

**การขึ้นรูปสคุชิงประกอบօະຄູມິນາຈີລິກອນຄາຮ່ໄບດໍໂດຍໃຊ້ພົງນາໂນ  
ຈີລິກອນຄາຮ່ໄບດໍສັງເກຣະທີ່ໂດຍວິທີກາຮັດສາມແບນເຂີງກລ**

**นายຫັສນຍິ່ນ ເຄື່ອງຮນາຮັກຍໍ່**

ວິທານິພັນນີ້ປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຶກສາຕາມຫລັກສູດປະລິງງາວິຄວາຮັດສາມຫາບັນທຶກ  
ສາຂາວິທາວິຄວາຮັດສາມເຊົາ  
ມາຮັດສາມໄລຍ້ເກົ່າໄລຍ້ສຸຮະນາຮີ  
ປີການສຶກສາ 2553

**FABRICATION OF  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC COMPOSITE USING SiC  
NANOPOWDER SYNTHESIZED BY MECHANICAL  
ALLOYING METHOD**

**Hussanai Luangthanarak**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Degree of Master of Engineering in Ceramic Engineering  
Suranaree University of Technology**

**Academic Year 2010**

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประดิษฐ์และกระบวนการชีวภาพในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การสังเคราะห์โดยวิธีการผสมแบบเชิงกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(อ. ดร. วีระยุทธ์ ลอบประดູร)

ประธานกรรมการ

(ผศ. ดร. สุขเกษม กังวานตระกูล)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(รศ. ดร. สุทธิน พุหารีวงศ์)

กรรมการ

(ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่ำสัก)

กรรมการ

(ศ. ดร. ชุภิจ ลิมปิจำนวน)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ บำเพ็ญ)

คณบดีสำนักวิชาศึกษาศาสตร์

หัวเรื่องนี้ เทเลอร์ธนารักษ์ : การขึ้นรูปวัสดุเชิงประดิษฐ์ประกอบอะลูมินาซิลิกอนคาร์ไบด์โดยใช้ผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์สังเคราะห์โดยวิธีการผสมแบบเชิงกล (FABRICATION OF  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC COMPOSITE USING SiC NANOPOWDER SYNTHESIZED BY MECHANICAL ALLOYING METHOD) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขเกษม กังวนตระกูล, 159 หน้า.

การศึกษาการเตรียมวัสดุเชิงประดิษฐ์ประกอบอะลูมินาซิลิกอนคาร์ไบด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC composite) มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินาด้าน ความแข็งแรง (strength) และความเหนียว (toughness) เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางด้านวิศวกรรม เช่น เครื่องมือตัดแต่งวัสดุ (cutting tools) วัสดุขัดถู (abrasive) ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสังเคราะห์ผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยวิธีผสมแบบเชิงกลใช้ผงซิลิกอน (Si) และผงคาร์บอน (C) ที่อยู่ในรูปของแกรไฟต์เป็นวัตถุดิบตั้งต้น โดยตัวอย่างที่ผ่านการผสมแบบเชิงกลจะนำไปทำการให้ความร้อน (annealing) ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส ส่วนที่ 2 เป็นการนำอาผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ในส่วนที่ 1 มาผสมกับอะลูมินาเนื้อหลัก โดยใช้ผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ซึ่งเป็นวัสดุเสริมแรงในปริมาณที่ต่างกันและนำไปขึ้นรูปด้วยวิธีการเผาผนึกแบบฝังกลบ และนำชิ้นงานที่ผ่านการเผาผนึกไปวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะ ได้แก่ วัฎภาค โครงสร้างจุลภาค ความหนาแน่นและทดสอบสมบัติเชิงกลได้แก่ ความแข็ง ความแข็งแรง และความเหนียว

ผลการทดสอบเชิงกลพบว่าความทนต่อการดัดโค้ง มีค่าสูงสุดเท่ากับ 426.8 MPa ซึ่งได้จากชิ้นงานที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 15 โดยปริมาตรที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ  $1750^{\circ}\text{C}$  และค่าความเหนียวสูงสุดเท่ากับ  $3.8 \text{ MPa.m}^{0.5}$  จะได้จากชิ้นงานที่มีซิลิกอนคาร์ไบด์ในปริมาณร้อยละ 5 โดยปริมาตร โดยผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ  $1750^{\circ}\text{C}$

HASSANAI LUANGTHANARAK : FABRICATION OF  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC  
COMPOSITE USING SiC NANOPOWDER SYNTHESIZED BY  
MECHANICAL ALLOYING METHOD. THESIS ADVISOR :  
ASST. PROF. SUKASEM KANGWANTRAKOOL, D.Eng., 159 PP.

#### ALUMINA/SILICON CARBIDE/NANOCOMPOSITE

The properties of  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC composites were investigated, such as strength and toughness for the optimized engineering applications, such as cutting tools, abrasive tools, and engine parts. There were 2 parts of the experiment. The first part was to study the synthesis of nano-sized SiC powder from silicon and graphite powder by mechanical alloying. Synthesized SiC nanopowder was annealed at 1350°C. In the second part of the experiment, synthesized SiC nanopowder obtained in the first part of the experiment was reinforced in  $\text{Al}_2\text{O}_3$  matrix with different amount and sintered by embedding method. Sintered composites were characterized on the phase, microstructure and density. The mechanical properties of sintered samples, such as hardness, flexural strength, and fracture toughness were measured.

The result showed that the highest flexural strength, 426.8 MPa, was obtained with 15 vol% SiC and sintering temperature at 1750°C. The maximum fracture toughness,  $3.8 \text{ MPa.m}^{0.5}$ , was obtained with 5 vol% SiC sintered at 1750°C.

School of Ceramic Engineering

Student's Signature \_\_\_\_\_

Academic Year 2010

Advisor's Signature \_\_\_\_\_

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจาก ผู้วิจัยได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือจากผู้มี  
พระคุณทุกท่านดังต่อไปนี้

คุณพ่อสมหวัง เหลืองธนารักษ์ และคุณแม่วิໄໄ เหลืองธนารักษ์ ผู้ให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน ให้โอกาสทางการศึกษาและเป็นผู้ที่คอยชี้ช่องในความสำเร็จของผู้วิจัยมาโดยตลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกยม กัจวนะระกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่ให้คำปรึกษาและค่อยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.วีระยุทธ ลอดประษฐ และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอดประษฐ ผู้ให้คำแนะนำ และค่อยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ กับผู้วิจัยทั้งเรื่องทางวิชาการและเรื่องส่วนตัว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิน คุหาเรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หับสูงเนิน รัตนจันทร์ ผู้ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย คุณพันทิพา นำสว่างรุ่งเรือง ผู้ที่ค่อยให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในด้านงานเอกสารแก่ผู้วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนในการวิจัย

คุณกนก ไตรปัญญา คุณอุดร ทองเบ้า และคุณน้ำรุนิตย์ ป้วนปาน กลุ่มคนที่ค่อยดูแล และให้กำลังใจในการทำงานของผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ท้ายนี้ขอขอบคุณบุคคลท่านอื่นที่ไม่ได้ยกนาม เช่น พี่ประจำศูนย์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือ จนผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัย จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

หัวสนับสนุน เหลืองธนารักษ์

สารบัญ

၁၁

บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ภ
สารบัญรูป.....	ธ
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 ความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย.....	1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
<b>2 ปรัชญาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....</b>	<b>3</b>
2.1 อะลูมีนา.....	3
2.2 ซิลิกอนคาร์ไบด์ .....	5
2.2.1 การเตรียมแบบตัวซิลิกอนคาร์ไบด์ .....	6
2.2.1.1 เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาโดยตรงระหว่าง ซิลิกอนกับคาร์บอน .....	6
2.2.1.2 เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาเร็วกันระหว่าง ซิลิกากับคาร์บอน .....	6
2.2.1.3 เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยานในสภาวะไอ .....	6
2.2.1.4 เตรียมโดยวิธีการระเหยของกําชา .....	7
2.2.1.5 เตรียมได้จากการสลายตัวของพอลิเมอร์ที่เป็น Organosilicic polymers.....	7
2.2.2 การเตรียมแอลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์ .....	7

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.3 การแบ่งผลิตภัณฑ์ชิลกอนคาร์ไบด์ .....	8
2.2.3.1 ผลิตภัณฑ์ชิลกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย	
การยึดติดกันเป็นรูปร่างด้วยตัวของมันเอง .....	8
2.2.3.2 ผลิตภัณฑ์ชิลกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย	
การอัดโดยใช้ความร้อน .....	8
2.2.3.3 ผลิตภัณฑ์ชิลกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย	
การยึดด้วยแกรไฟต์ .....	9
2.2.3.4 ผลิตภัณฑ์ชิลกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการยึดติด	
กันโดยใช้ดิน .....	9
2.2.3.5 การยึดติดกันโดยสารประกอบชิลิกเกต .....	9
2.2.3.6 ผลิตภัณฑ์ชิลกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วย	
การยึดติดกันโดยชิลกอนไนโตรด์ .....	9
2.2.4 การเสื่อมสภาพของชิลกอนคาร์ไบด์ .....	9
2.2.5 ผลิตภัณฑ์ของชิลกอนคาร์ไบด์ .....	10
2.3 การบดผสมแบบเชิงกล .....	13
2.3.1 ประวัติความเป็นมา .....	13
2.3.2 กระบวนการของการบดผสมแบบเชิงกล .....	17
2.3.2.1 วัสดุดิบ .....	17
2.3.2.2 การบด .....	18
2.3.2.3 ตัวแปรพันธงกระบวนการ .....	21
2.3.3 กลไกการเกิดโลหะผสม .....	25
2.3.3.1 องค์ประกอบความเหนียว-ความเหนียว .....	28
2.3.3.2 องค์ประกอบความเหนียว-ความeras .....	29
2.3.3.3 องค์ประกอบความeras-ความeras .....	30
2.4 วัสดุเชิงประกอบ .....	30
2.4.1 พอลิเมอร์คอมโพสิต .....	31

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.4.2 เซรามิกคอมโพสิต .....	32
2.4.3 เมทัลคอมโพสิต .....	32
2.4.4 การรับแรงของวัสดุ .....	32
2.4.4.1 แรงดึง .....	32
2.4.4.2 แรงกดอัด .....	33
2.4.4.3 แรงเฉือน .....	34
2.4.4.4 แรงดัด .....	34
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	35
<b>3 วิธีดำเนินการวิจัย .....</b>	<b>38</b>
3.1 อุปกรณ์การทดลอง .....	38
3.2 วัสดุและสารเคมี .....	39
3.2.1 ผงอะลูมิเนียมออกไซด์ .....	40
3.2.2 ผงซิลิโคน .....	40
3.2.3 ผงคาร์บอน .....	40
3.2.4 ผงอะเซทอเรียมออกไซด์ .....	40
3.3 วิธีการทดลอง .....	40
3.3.1 การออกแบบการทดลอง .....	41
3.3.2 การเตรียมผงตัวอย่าง .....	45
3.3.3 การตรวจสอบ charge ratio ที่เหมาะสมของผงตัวอย่าง .....	47
3.3.4 การตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมของผงตัวอย่าง .....	47
3.3.5 อุณหภูมิในการให้ความร้อน .....	48
3.3.6 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้นและผงตัวอย่าง .....	56
3.3.6.1 การขนาดและการกระจายอนุภาคของผงซิลิโคน อะลูมินา และคาร์บอน .....	50
3.3.6.2 การขนาดผลึกของสารตัวอย่าง .....	50

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.3.6.3 การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางไฟฟ้าของผังชิลิกอน	
การรับอน อะลูมินาและผงตัวอย่าง.....	51
3.3.6.4 การหาขนาดของผงตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	
แบบส่องผ่าน.....	52
3.3.7 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบ.....	52
3.3.7.1 การเตรียมผงตัวอย่างเสริมแรงในอะลูมินา.....	52
3.3.7.2 การทดสอบผงตัวอย่างกับอะลูมินา.....	54
3.3.8 การขีนรูปโดยการอัดแท่ง.....	55
3.3.9 การเผาผนึก.....	57
3.3.10 การทดสอบความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนของตัวอย่าง.....	61
3.3.11 การทดสอบความทนต่อการตัดโถง.....	62
3.3.11.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ.....	62
3.3.11.2 การทดสอบความทนต่อการตัดโถง.....	62
3.3.12 ทดสอบความแข็งจุลภาค.....	64
3.3.13 การหาค่าความหนึ่งียว.....	65
3.3.14 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	66
3.3.14.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาค.....	66
3.3.14.2 การวัดขนาดเกรนของตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด.....	67
3.3.14.3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	68
<b>4 ผลการทดลองและอภิปรายผล.....</b>	<b>75</b>
4.1 การศึกษาลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้น.....	75
4.1.1 การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงอะลูมินา.....	75
4.1.1.1 การวิเคราะห์ทางวัสดุภาคของผงอะลูมินา.....	76

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.1.1.2 การวิเคราะห์การกระจายขนาดของผงอะลูมินา.....	77
4.1.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงคาร์บอน.....	78
4.1.2.1 การวิเคราะห์ทางวัสดุภาคของผงคาร์บอน.....	79
4.1.2.2 การวิเคราะห์การกระจายขนาดของผงคาร์บอน.....	80
4.1.3 การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงซิลิกอน.....	81
4.1.3.1 การวิเคราะห์ทางวัสดุภาคของผงซิลิกอน.....	82
4.1.3.2 การวิเคราะห์การกระจายขนาดของผงซิลิกอน.....	83
4.2 ผลของกระบวนการบดผงสมัยใหม่ที่มีต่อการสังเคราะห์ผงซิลิกอนcarbonyl ไปด้วยหลังจากการบดที่เวลาต่าง ๆ กัน.....	84
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่างหลังทำการบดที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ทเร โซ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 ก่อนทำการ annealing.....	84
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่าง หลังจากทำการบดที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ทเร โซ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 หลังทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศออกอน.....	85
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่างหลังจากทำการบดที่ระยะเวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ท เร โซ 20:1 ก่อนทำการ annealing.....	86
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่างหลังจากทำการบดที่ระยะเวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ทเร โซ 20:1 หลังทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศออกอน.....	87

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.2.5 ผลของกระบวนการบดผสมแบบเชิงกลที่มีต่อขนาดผลึก (crystallite size) ของผงซิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ที่เวลาการบด 5 ชั่วโมงหลังทำการ annealing.....	89
4.3 ผลของปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีต่อสมบัติวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์หลังผ่านการเผาณีกที่อุณหภูมิแตกต่างกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง.....	91
4.3.1 วัสดุภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 15 โดยปริมาตรเผาณีกที่ 1750 องศาเซลเซียส.....	91
4.3.2 ผลของปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ต่อความหนาแน่นและปริมาณรูพรุน.....	92
4.3.3 ผลของปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีต่อสมบัติวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์หลังผ่านการเผาณีกที่อุณหภูมิแตกต่างกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง.....	102
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	108
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	108
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	109
รายการอ้างอิง.....	110
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก ก. XRD แพทเทิร์น อะลูมินา คาร์บอน ซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์.....	113
ภาคผนวก ข. ตารางการคำนวณ ชาร์ทเรโซช์ที่อัตราส่วนต่างกัน ใช้เวลาการบดผสม 1 ชั่วโมง ชาร์ทเรโซช์ที่อัตราส่วนเหมาะสม	
การบดผสม 1 ชั่วโมง ชาร์ทเรโซช์ที่อัตราส่วนเหมาะสม	
ใช้เวลาต่างกันและชาร์ทเรโซช์ที่อัตราเหมาะสม	
กับเวลาที่เหมาะสม.....	118
ภาคผนวก ค. มาตรฐานการทดสอบ ASTM.....	126
ภาคผนวก ง. ตัวอย่างการคำนวณ Modulus of rupture Hardness และ Toughness.....	144

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก จ. ตัวอย่างการคำนวณ Crystal size.....	148
ภาคผนวก ฉ. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา.....	151
ประวัติผู้เขียน.....	159

## สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

2.1	ข้อมูลของแต่ละเทคนิค.....	14
3.1	อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	38
3.2	วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	39
3.3	อัตราส่วนผสมที่ใช้ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 เวลาบด 1 ชั่วโมง.....	47
3.4	อัตราส่วนผสมที่ใช้เวลาบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงใช้ charge ratio 20:1.....	48
3.5	ข้อมูลในการให้ความร้อน.....	49
3.6	charge ratio และเวลาที่เหมาะสม.....	52
3.7	ข้อมูลอัตราส่วนผสม.....	54
3.8	ข้อมูลในการเผาผนึกแผ่นอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	58
3.9	ข้อมูลในการเผาผนึกแผ่นอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	59
3.11	ข้อมูลในการเผาผนึกแผ่นอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	60
4.1	ลักษณะเฉพาะของผงอะลูมินา.....	75
4.2	ลักษณะเฉพาะของผงคาร์บอน.....	78
4.3	การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงซิลิกอน.....	81
4.4	ค่าความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประกลุบแต่ละตัวอย่าง.....	92
4.5	ค่าความหนาต่อการดัดโค้ง ความหนืด ความแข็งของ วัสดุเชิงประกลุบของแต่ละตัวอย่าง ที่ผ่านการเผาผนึก ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 4 ชั่วโมง.....	103
ก.1	แสดง XRD แพทเทิร์นของอะลูมินา.....	113
ก.2	แสดง XRD แพทเทิร์นของคาร์บอน.....	114
ก.3	แสดง XRD แพทเทิร์นของซิลิกอน.....	115
ก.4	แสดง XRD แพทเทิร์นของซิลิกอนคาร์ไบด์.....	116

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
๑.๑ แสดงอัตราส่วนผสมที่ใช้ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 เวลาบด 1 ชั่วโมง.....	118
๑.๒ แสดงอัตราส่วนผสมที่ใช้เวลาบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง ใช้ charge ratio 20:1.....	120
๑.๓ ตารางของ charge ratio และเวลาที่เหมาะสม.....	123
๑.๑ ข้อมูลขนาดของชิ้นงานวัสดุเชิงประกลง bazumina-zilikoncar ไปด้วย หลังเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1550°C.....	145
๑.๒ ข้อมูลชิ้นงานวัสดุเชิงประกลง bazumina-zilikoncar ไปด้วย หลังเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1550°C.....	146
๑.๓ ข้อมูลชิ้นงานวัสดุเชิงประกลง bazumina-zilikoncar ไปด้วย หลังเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1550°C.....	147
๑.๑ ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม EVA เครื่อง XRD เพื่อหาค่า FWHM.....	150

# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่	
2.1 โครงสร้างของอลูมิน่า .....	3
2.2 โครงสร้างของซิลิกอนคาร์ไบด์ .....	11
2.3 แผนภูมิวัสดุภาคของ SiC .....	12
2.4 พลังงานที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดวัสดุอุปกรณ์ชีร .....	13
2.5 เครื่องบดแบบเบี้ย .....	18
2.6 เครื่อง Pulverisette5 .....	19
2.7 เครื่องบดแบบแอคทริชัน .....	20
2.8 ปัจจัยการแปรผันของกระบวนการการบดผสมแบบเชิงกล .....	22
2.9 ผงที่ถูกบดกระแทกในระหว่างการบดผสมแบบเชิงกล .....	26
2.10 เวลาระยะเวลาการบดที่มีผลต่อขนาดอนุภาคขนาดอนุภาค .....	27
2.11 เวลาการบดที่เพิ่มขึ้นทำให้อนุภาคเล็กลง .....	28
2.12 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคในระหว่างการบดในองค์ประกอบแบบความหนืด-ความeras .....	29
2.13 วัสดุคอมโพสิต .....	31
2.14 วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ .....	31
2.15 วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในงานก่อสร้าง .....	32
2.16 ทิศทางของแรงดึง (tension) .....	32
2.17 ทิศทางของแรงอัด (compression) .....	33
2.18 ทิศทางของแรงเฉือน (shear) .....	33
2.19 ทิศทางของแรงดัด (flexure) .....	34
2.20 ค่า Poisson's ratio ชนิดต่าง ๆ และค่า tensile modulus .....	35
3.1 ขั้นตอนการสังเคราะห์พนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 ใช้เวลาในการบด 1 ชั่วโมง .....	41

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์ผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ charge ratio 20:1 ใช้เวลาในการบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง.....	42
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ charge ratio และเวลาที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาของซิลิกอนคาร์ไบด์.....	43
3.4 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเชิงประกลบโดยใช้ปริมาณด้วยผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ในอัตราส่วนที่ต่างกัน.....	44
3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบลักษณะเฉพาะและตรวจสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกลบอะลูมีนา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	45
3.6 เครื่องบดผสมแบบเชิงกล (SPEX mill).....	46
3.7 เตาไฟฟ้าแบบท่อ (tube furnace).....	48
3.8 สภาวะที่ใช้ในการให้ความร้อน.....	49
3.9 เครื่อง particle size analyzer ของบริษัท Malvern Instrument Ltd.....	50
3.10 เครื่องการถ่ายรูปของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD).....	51
3.11 เครื่องซั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง.....	55
3.12 เครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press) ของบริษัท Carver .....	56
3.13 ชิ้นงานที่มีขนาด 40 x 40 x 10 (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร.....	57
3.14 การฝังกลบด้วยการซ้อนถักที่ทำจากอะลูมีนา.....	58
3.15 กราฟแสดงข้อมูลในการ penetrometer แผ่นอะลูมีนา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	59
3.16 กราฟแสดงข้อมูลในการ penetrometer แผ่นอะลูมีนา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	60
3.17 กราฟแสดงข้อมูลในการ penetrometer แผ่นอะลูมีนา-ซิลิกอนคาร์ไบด์.....	61
3.18 เครื่อง universal testing machine.....	63
3.19 ลักษณะรอยกดและความยาวรอยแตกของชิ้นงาน .....	65
3.20 เครื่อง ion sputtering device.....	67
3.21 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM).....	67
3.22 การวัดขนาดเกรนของตัวอย่างตามวิธีของเฟอร์เร็ต.....	68

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.23 เครื่องตัดความเร็วต่ำ (low speed saw).....	69
3.24 เครื่องขัดกระดาษทราย.....	69
3.25 เครื่องเครื่องตัดความถี่สูง (ultrasonic disc cutter) ของบริษัท GATAN.....	70
3.26 ชิ้นตัวอย่างที่ได้ตัดด้วยเครื่องตัดความถี่สูง.....	70
3.27 เครื่องขัด disc grinder ของบริษัท GATAN.....	71
3.28 ชิ้นตัวอย่างที่ได้ขัดด้วย disc grinder.....	71
3.29 เครื่อง dimple deep ของบริษัท GATAN.....	72
3.30 ชิ้นตัวอย่างที่ขัดให้ลึกลงไปด้วยเครื่อง dimple deep.....	72
3.31 เครื่องกัดผิวน้ำชิ้นงานด้วยไอออน (ion milling) ของบริษัท GATAN.....	73
3.32 climping type duopost.....	73
3.33 ชิ้นตัวอย่างที่ทำการกัดผิวน้ำชิ้นงานด้วยไอออน (ion milling).....	74
3.34 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM).....	74
4.1 XRD แพทเทิร์นของผงอะลูมีนา โดย A แสดงวัสดุภาคแอลฟ่า-อะลูมีนา.....	76
4.2 การกระจายขนาดอนุภาคของอะลูมีนา.....	77
4.3 XRD แพทเทิร์นของผงคาร์บอน โดย C แสดงวัสดุภาคคาร์บอน.....	79
4.4 การกระจายขนาดอนุภาคคาร์บอน.....	80
4.5 XRD แพทเทิร์นของผงซิลิกอน โดย Si แสดงวัสดุภาคซิลิกอน.....	82
4.6 การกระจายขนาดอนุภาคซิลิกอน.....	83
4.7 ชาร์ทเรซิชที่ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 ก่อนทำการ annealing.....	84
4.8 ชาร์ทเรซิชที่ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 หลังทำการ annealing.....	85
4.9 ชาร์ทเรซิช 20:1 ที่การวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์ของผงตัวอย่าง ก่อนจากทำการบดที่ชาร์ทเรซิช 20:1 ที่เวลาต่างๆ กัน.....	86
4.10 ชาร์ทเรซิช 20:1 โดยใช้เวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง หลัง annealing.....	88

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11 ขนาดผลึกของผงซิลิกอนคาร์ไบด์ (nm) ที่เวลาดูผสานต่างกันโดยใช้ชาร์ทเรโซช 20:1 .....	89
4.12 ขนาดผลึกของผงซิลิกอนคาร์ไบด์ ใช้ชาร์ทเรโซชที่ 20:1 เวลาในการบด 5 ชั่วโมง โดยใช้ก้อนจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	90
4.13 วัสดุภาคของวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ ร้อยละ 15 โดยปริมาตร เผาเผนีกที่ 1750 องศาเซลเซียส.....	91
4.14 ผล Relative density ที่มีผลต่อปริมาณของซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน.....	93
4.15 ผล Apparent Porosity ที่มีผลต่อปริมาณของ ซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน.....	94
4.16 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกลบ ผ่านการเผาเผนีกที่อุณหภูมิ 1550°C (a) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (b) 5 vol% SiC (c) 10 vol% SiC (d) 15 vol% SiC.....	95
4.17 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกลบ ผ่านการเผาเผนีกที่อุณหภูมิ 1650°C (a) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (b) 5 vol% SiC (c) 10 vol% SiC (d) 15 vol% SiC.....	97
4.18 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกลบ ผ่านการเผาเผนีกที่อุณหภูมิ 1750°C (a) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (b) 5 vol% SiC (c) 10 vol% SiC (d) 15 vol% SiC.....	99
4.19 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกลบ ผ่านการเผาเผนีกที่อุณหภูมิต่างกันมีปริมาณ SiC 15 vol% (a) 1550°C (b) 1650°C (c) 1750°C.....	101
4.20 ภาพถ่าย TEM ของวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่ส่วนผสม 15vol% SiC ผ่านการเผาเผนีกที่อุณหภูมิ 1750°C.....	102
4.21 ผล Flexural Strength ของวัสดุเชิงประกลบที่ปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน.....	104

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.22 ผล Fracture toughness ของวัสดุเชิงประกลบที่ปริมาณ ซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน.....	105
4.23 ผล Vicker's hardness ของวัสดุเชิงประกลบที่ปริมาณ ซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน.....	106
จ.1 ตัวอย่างการหาค่า B (FWHM).....	149

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของปัญหา

อะลูมินาเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีความแข็ง (hardness) และ ความแข็งแรง (fracture strength) สูง ทันต่อการขัดสีได้ดี ทนสภาพกรดและค้าง ได้ดี (Accuratus Corporation, 2003) ประโยชน์ของอะลูมินามีมากน่า เช่น สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น ใช้ทำวัสดุทนไฟในเตาเผาและเตาหลอม วัสดุขัดถู ลูกบดและผนังกรุหม้อ บดสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ล้วนประกอบของกระถังกระถุนสำหรับอุตสาหกรรมทหาร ถ้วย เผาสาร (crucible) สำหรับอุตสาหกรรมอัลูมิเนียม หัวพ่นทรายสำหรับงานตกแต่งพิวโลหะ แผ่นรอง วงจรไฟฟ้ารวม (IC) สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หัวเทียบ ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ของรถยนต์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ทำฝาครอบหลอดไฟโซเดียมที่ให้ความสว่างสูง และยังใช้เป็น ชิ้นส่วนทดแทนของ อวัยวะต่าง ๆ เช่น ข้อต่อกระดูกเทียม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามอะลูมินาซึ่งมี ข้อจำกัด ด้านคุณสมบัติเชิงกล ความแข็ง ความแข็งแรงและความหนึบ เมื่อเปรียบเทียบ กับคุณสมบัติกับวัสดุเซรามิกอื่น ๆ ทำให้การนำมาใช้งานอยู่ในวงจำกัด

ดังนั้นจึงมีงานวิจัยจำนวนมากพยายามปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินานี้โดยใช้วัสดุ ต่าง ๆ มาเสริมแรงและกระจายตัวในอะลูมินาเนื้อหลัก (matrix) เพื่อทำเป็นวัสดุเชิงประกอบ (composite materials) ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็นวัสดุเซรามิกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการ ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินาโดยถูกนำมาใช้เสริมแรงในอะลูมินา มีหลายรูปแบบ ได้แก่ เส้นใย แบบเส้น (whisker) อนุภาค (particle) และเส้นใย (fiber) ซึ่งมีการใช้ทั้งขนาดระดับไมโครเมตร และนา โนเมตร ดังจะเห็นได้จากการวิจัยจำนวนมากที่ได้มีการศึกษาในระบบ  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$  (Niihara, 1991) ใน งานวิจัยนี้จึงได้ใช้อนุภาคระดับนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้ทำการสังเคราะห์ ด้วยวิธีบดผสมแบบเชิงกล นำมาเป็นวัสดุเสริมแรงเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินาเซรามิก

## 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.2.1 เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินา ด้านความแข็ง ความหนึ่งiy และความแข็งแรง โดยใช้อุปกรณ์ในการรีบบ์เป็นวัสดุเสริมแรง

1.2.2 เพื่อศึกษาการใส่ปริมาณชิลิกอนคาร์ไบด์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้วัสดุเชิงประกอบที่มีสมบัติเชิงกลเหมาะสมที่สุดต่อการใช้งานทางด้านวิศวกรรม

1.2.3 เพื่อศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อสังเคราะห์อุปกรณ์ในการรีบบ์ได้แก่ เวลา และอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำหนักของลูกลูกน้ำหนักของสาร (charge ratio) ที่เหมาะสมในการทดสอบ ที่ทำให้ได้ปริมาณชิลิกอนคาร์ไบด์มากที่สุดและใช้เวลาอยู่ที่สุด

## 1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ เช่น วัสดุ สมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาชิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีปริมาณของชิลิกอนคาร์ไบด์ที่แตกต่างกัน

1.3.2 ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (microstructure) ของวัสดุเชิงประกอบของอะลูมินาชิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีปริมาณชิลิกอนคาร์ไบด์ที่แตกต่างกัน

1.3.3 ตรวจสอบสมบัติเชิงกล (mechanical properties) เช่น ความแข็ง ความหนึ่งiy และความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาชิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีปริมาณส่วนผสมของชิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 5-15 โดยปริมาตร

1.3.4 สังเคราะห์อุปกรณ์ในการทดสอบแบบเชิงกล โดยศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ เวลาและอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำหนักของลูกลูกน้ำหนักของสาร (charge ratio)

## 1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.4.1 ทำให้ทราบลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินาชิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีปริมาณส่วนผสมของชิลิกอนคาร์ไบด์ที่แตกต่างกัน

1.4.2 ทำให้ทราบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ อะลูมินาชิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีสมบัติเชิงกลที่เหมาะสม ต่อการใช้งานทางวิศวกรรม

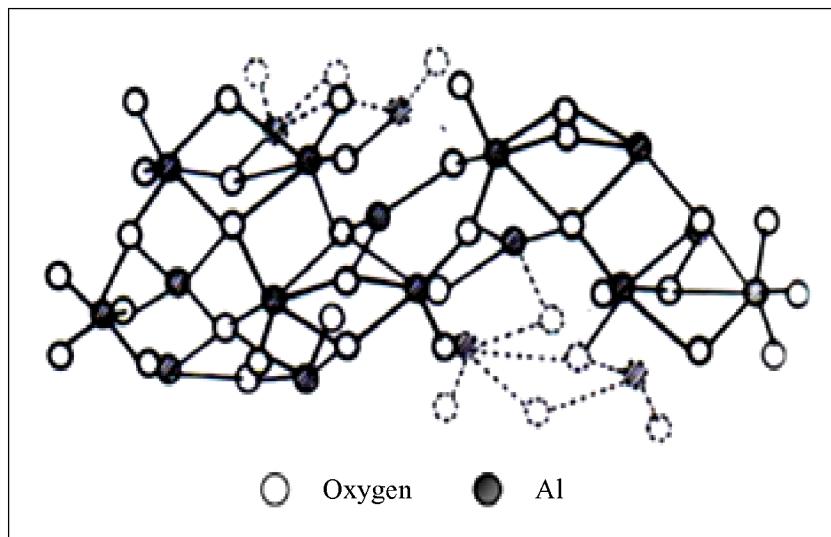
1.4.3 ทำให้ทราบตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ผงนาโนชิลิกอนคาร์ไบด์ ด้วยวิธีการทดสอบแบบเชิงกล

## บทที่ 2

### ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 อะลูมินา

อะลูมินา (alumina) มีชื่อทางเคมีคือ aluminium oxide มีสูตรทางเคมีเป็น  $\text{Al}_2\text{O}_3$  จัดเป็นออกไซด์ที่มีนุ่มยืดหยุ่นมากตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและยังคงถูกพัฒนานำมาใช้งานมากขึ้นในอนาคต



รูปที่ 2.1 โครงสร้างของอะลูมินา (W.E. Worrall, 1986)

อะลูมินาบริสุทธิ์ มีความต่อสัมภาระ 3.4-4.0 จุดหลอมเหลว 2030 องศาเซลเซียส ความแข็ง (mohs scale) เท่ากับ 9 อะลูมินาในธรรมชาติจัดเป็นแร่ธาตุที่พบในรูปของ คอรันดัม (corundum,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ไดแอสโพร์ (diaspore,  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{H}_2\text{O}$ ) กิบไชส์ (gibbsite,  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{3H}_2\text{O}$ ) และบีอกไชส์ (bauxite,  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{2H}_2\text{O}$ ) โดยแร่คอรันดัมที่พบจะเป็นรัตนชาติ เช่น ทับทิม (ruby) ไพลิน (sapphire) บุษราคัม (yellow sapphire) เป็นรูปแบบของคอรันดัมที่มีมลพิษ ในขณะที่คอรันดัมที่ไม่มีมลพิษจะไม่มีสี อะลูมินาบริสุทธิ์และไฮเดรต (hydrate) อะลูมินาสามารถสกัดได้จาก แร่บีอกไชส์และดินสูกรัง โดยวิธีของกระบวนการเบเยอร์ (Bayer process) คือนำแร่มาบดแล้วหลอมด้วยโซดาไฟ (causticsoda) จากนั้นแยกตะกอนที่ได้ออกมาแล้วเผา อะลูมินาจะพบในรูปแอลฟ้า ( $\alpha$ ) แกมมา ( $\gamma$ )

และเบต้า (β) โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ แอลฟ่าอะลูมิเนียม ( $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ) และแอกเมนมาอะลูมิโน ( $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ) ในอุณหภูมิที่ไม่เกิน 500 องศาเซลเซียส อะลูมิโนจะอยู่ในรูปแอกเมนมา หากนำไปเผาให้ อุณหภูมิสูงถึง 1150-1200 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนอยู่ในรูปของแอลฟ่า แต่เบต้าอะลูมิโน ( $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ) จะอยู่ในรูปของสารประกอบโซเดียมคือ โซเดียมอะลูมิโนต (sodium aluminate,  $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ )

เนื่องจากสมบัติของอะลูมิโนที่มีค่าความแข็งสูง มีความหนาแน่นสูง มีความต้านทาน ต่อการขัดลื่นและสึกกร่อนสูง ทนต่อสารเคมี เป็นจำนวนมาก ไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง ได้ดีและมีความทนไฟสูง จึงสามารถนำ มาใช้ในอุตสาหกรรม ได้หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเครื่องขัดถู (abrasive) อุตสาหกรรมวัสดุทุนไฟ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเซรามิกและอื่น ๆ ซึ่งแนวโน้ม ในการนำอะลูมิโนไปใช้งานก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่นำเอาอะลูมิโนไปพัฒนาใช้คืออุตสาหกรรมเซรามิก ทั้งเซรามิก ดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดินในธรรมชาติ ซึ่งมีอะลูมิโนน้ำจัดเป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้ในเซรามิกสมัยใหม่ โดยในอุตสาหกรรมเซรามิกสมัยใหม่ สามารถนำอะลูมิโนที่ได้จากการสังเคราะห์มาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท เช่น อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ กึ่งตัวนำไฟฟ้า อุปกรณ์ถนนไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนประกอบในจรวด เครื่องมือตัดแต่ง อุปกรณ์ทาง การแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อะลูมิโนที่นำมาใช้ในเซรามิกสมัยใหม่นั้น จะ ใช้ทั้งที่เป็นผงเป็นผลึกเดี่ยว ๆ เป็นฟิล์มบาง ๆ เป็นเส้นใยและที่เป็นรูพรุน โดยผงอะลูมิโนจะเป็นที่ นิยมใช้มากที่สุด เพราะเป็นวัตถุเริ่มต้นในการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ได้ดี ทั้งนี้ผงอะลูมิโนที่นำมาใช้ จะต้องมีความบริสุทธิ์สูง และมีความละเอียดมากเพื่อให้สามารถบดและเชิงกลของอะลูมิโน สามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยการกำจัดลิฟต์ต่าง ๆ ออกไป เช่น ชิลิกาที่ปนเปื้อนจะมีผลต่อ การควบคุม โครงสร้างจุลภาค (microstructure) มีผลต่อตัวการสึกกร่อนของอะลูมิโนรวมทั้งมีผลต่อการเผาเผา (sintering) และแคลเคลเซียมที่ปนเปื้อนก็มีผลทำให้สมบัติเชิงกลของอะลูมิโนลดลง ปัจจุบันเทคโนโลยี ทางด้าน เซรามิกสมัยใหม่ ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อะลูมิโน เซรามิกให้ดีขึ้น ๆ ขึ้นไป เช่น

- การปรับปรุงสมบัติเชิงกลโดยการปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้างจุลภาค (microstructure)
- การใช้ผงอะลูมิโนที่มีความละเอียดระดับ Submicrometer เพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี เนื้อละเอียดมาก ๆ
- การพัฒนากรรมวิธีใหม่ ๆ เพื่อที่จะผลิตอะลูมิโนโดยตรงจากการออกซิเดชัน (oxidation) ของอะลูมิเนียมเหลว
- การพัฒนาอะลูมิโนเซรามิกชนิดเส้นใยเสริมแรงที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีมากขึ้น

- การพัฒนาอุปกรณ์เชิงวิจัยที่มีรูปรุนทดอดเด็กเพื่อที่จะใช้ในการกรองจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งคาดว่าในอนาคตจะมีการนำมายังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนระบบเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น (ศุนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวิจัย, 2545)

## 2.2 ซิลิกอนคาร์ไบด์ (silicon carbide, SiC)

วัสดุธรรมชาติที่มีความแข็งรองจากเพชรคือ แร่คอรันดัมซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของอะลูมิเนียมออกไซด์หรือที่เรียกน้ำเงิน เนื่องจากมีสีฟ้าหรือเขียว แต่ในบริบทนี้หมายความว่ามีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับเพชร เช่น ความแข็งแกร่งและทนทานต่อการขัด� แต่ไม่สามารถตัดหรือขูดเพชรได้ ทำให้สามารถใช้ในการตัดหินอ่อนและหินทรายได้ แต่ไม่สามารถตัดหินทรายได้

นายเอนรี มอยชาน นักวิชาการ เป็นผู้บุกเบิกเรื่องการสังเคราะห์เพชรยังถือได้ว่าเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีของวัสดุเชิงพ梧กรรม ไปด้วยคุณภาพอีกด้วย ใน การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ (silicon carbide, SiC) ได้โดยบังเอิญ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ระหว่างการพยายามสังเคราะห์เพชร การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ในระดับอุตสาหกรรม เป็นไปได้ว่าทำการทดลองโดยนายอาร์คีสัน ในปี ค.ศ. 1881 และเข่นเดียวกันกับนายเอนรี ระหว่างที่นายอาร์คีสันพยายามสังเคราะห์เพชร โดยหวังให้แกรไฟต์ตกผลึกเป็นเพชรในอะลูมิเนียมซิลิกेट แต่ปรากฏว่าคาร์บอน (carbon, C) เกิดปฏิกิริยากับซิลิกาได้เป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ ในปัจจุบันการผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์ใช้รายหรือซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) แทน ซิลิกेटและใช้ถ่านหินแทนแกรไฟต์ (graphite) แต่กระบวนการส่วนใหญ่ยังคงเหมือนกับที่นายอาร์คีสันเคยทำ ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมได้อยู่ในรูปของผง ซึ่งสามารถนำไปอัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์ ก่อนนำไปเผา ไม่ให้ความร้อน เพื่อให้อุณหภูมิในชื้นงานลดลงข้าหากันจนได้เป็นชื้นงานที่มีความหนาแน่นและเป็นวัสดุที่มีความแข็ง เนื่องจากซิลิกอนคาร์ไบด์ มีความแข็งและเหนียวสามารถอุดหนาอุณหภูมิได้มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกัดกร่อนภายในตัวอย่างมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งทนต่อปฏิกิริยา กายได้อุณหภูมิสูง เช่น อุปกรณ์ชีวนิรภัย เช่น เสื้อชั้นใน หมวกนิรภัย ฯ คล้ายเสื้อผ้าและน้ำมันสมน้ำที่มีความอ่อนกว่า ซึ่งซิลิกอนคาร์ไบด์ก็จะทำหน้าที่ในการเสริมแรงให้กับวัสดุสมนน้ำในส่วนของรูปแบบของผงซิลิกอนคาร์ไบด์ใช้มากในงานชั้น (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ, 2547)

ซิลิกอนคาร์ไบด์ไม่ใช้สารที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมาใช้โดยปกติแล้วซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จากการสังเคราะห์เมื่อแบ่งตามโครงสร้างจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ แอลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์ ( $\alpha\text{-SiC}$ ) เป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ที่รูปผลึกเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม (hexagonal) และเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ( $\beta\text{-SiC}$ ) เป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ที่รูปผลึกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม (cubic) การเตรียมซิลิกอนคาร์ไบด์มีอยู่หลายวิธีดังนี้

### 2.2.1 การเตรียมเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ( $\beta\text{-SiC}$ )

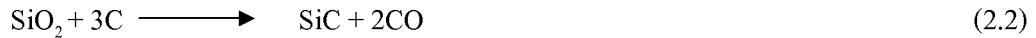
#### 2.2.1.1 เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาโดยตรงระหว่าง ซิลิกอนกับคาร์บอน ดังปฏิกิริยาที่ (2.1)



การเตรียมโดยวิธีการนี้จะมีการให้ความร้อนในการทำปฏิกิริยา ตั้งแต่ อุณหภูมิ 1000 ถึง 1400 องศาเซลเซียส ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จะอยู่ในรูปเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีลักษณะเป็นก้อนหยาบ ๆ มองดูมีลักษณะคล้ายกับว่ายังคงมีโลหะซิลิกอน (silicon, Si) เหลืออยู่

#### 2.2.1.2 เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาเรductioη ระหว่างซิลิกา กับ คาร์บอน (carbonothermal reduction of silica)

##### ดังปฏิกิริยาที่ (2.2)



การเตรียมโดยวิธีการนี้จะใช้ซิลิกาและคาร์บอนที่มีราคาไม่แพงมากนัก เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมโดยปกติแล้วซิลิกาที่ใช้จะเป็นทรายหรือควอตซ์ (quartz) และคาร์บอนที่ใช้จะเป็นคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ปิโตรเลียมโค้ก (petroleum coke) หรือองแกรไฟต์ (graphite powder) โดยที่ซิลิกาและคาร์บอนจะเริ่มทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส และจะเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิ 1500 ถึง 1900 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะสมบูรณ์ทำให้ได้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ได้จะอยู่ในรูปของเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์

#### 2.2.1.3 เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาในสภาพไอ (Vaporphase reaction of Chemical Vapor Deposition, CVD)

การเตรียมโดยวิธีการนี้จะใช้ซิลิกอนเตตระคลอไรต์ (silicon tetrachloride,  $\text{SiCl}_4$ ) ที่อยู่ในสภาพไอทำปฏิกิริยากับแก๊สเมทาน (methane) ดังปฏิกิริยาที่ (2.3)



หรือเตรียมได้จากปฏิกิริยาการสลายตัวของเมทิลซิลิกอนไฮดรอลิก (methylsilicontrichloride) ดังปฏิกิริยาที่ (2.4)



การเตรียมโดยวิธีการนี้ถ้าใช้สารตั้งต้นในการเตรียมที่มีความบริสุทธิ์สูง จะทำให้ได้ผลซิลิกอนคาร์บไบด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วย แต่ถ้าหากมีการดูดซับออกลอรีน (chlorine) หรือกรดไฮdrochloric acid) เอาไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องนำเอาผลซิลิกอนคาร์บไบด์ที่ได้ไปเผาเพื่อไล่ออกลอรีนออกไป ก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อไป

#### 2.2.1.4 เตรียมโดยวิธีการระเหยของแก๊ส (gas evaporation)

การเตรียมโดยวิธีนี้จะได้จากการทำ Arc discharge ระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอน ทำให้ได้แบบตัวซิลิกอนคาร์บไบด์ที่มีขนาดละเอียดมากคือมีขนาดเล็กกว่า 50 นาโนเมตร (nanometer)

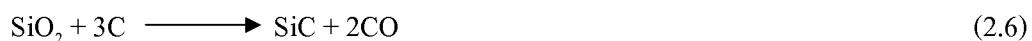
#### 2.2.1.5 เตรียมได้จากการสลายตัวของโพลิเมอร์ที่เป็น Organosilicic polymers

โดยใช้ความร้อน (thermal decomposition of organosilicic polymers) การเตรียมโดยวิธีนี้จะใช้โพลีคาร์บอยไซเดน (polycarbosilane) หรือโพลิเมอร์อื่น ๆ ที่มีโครงสร้างคล้ายกัน นำไปสลายตัวโดยใช้ความร้อนภายใต้บรรยายกาศที่ไม่มีการออกซิไดซ์ (non-oxidizing) ทำให้ได้แบบตัวซิลิกอนคาร์บไบด์ ดังปฏิกิริยาที่ (2.5)



#### 2.2.2 การเตรียมแอลฟ่าซิลิกอนคาร์บไบด์ ( $\alpha$ -SiC)

วิธีการเตรียมแอลฟ่าซิลิกอนคาร์บไบด์ ( $\alpha$ -SiC) เตรียมได้ต่อจากปฏิกิริยาการเตรียม แอลฟ่าซิลิกอนคาร์บไบด์ จากวิธีการทำปฏิกิริยาเริดักชัน (reduction) ระหว่างซิลิกอนกับคาร์บอน ดังปฏิกิริยาที่ (2.6)



เมื่อได้แบบตัวซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยที่ปฏิกริยาเกิดขึ้นจะเกิดอุณหภูมิ 1500 ถึง 1900 องศาเซลเซียส จนอุณหภูมิถึง 2100 องศาเซลเซียส เป็นตัวซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นแอลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์ จนกระทั่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 2400 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนจากเบต้าซิลิกอนคาร์ไบด์ไปเป็นแอลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ชั่งแอลฟ่าซิลิกอนคาร์ไบด์นี้จะทนต่อการขัดสีได้ดี ปัจจุบันได้มีการพัฒนานำอาซิลิกอนคาร์ไบด์ไปใช้ในงานต่างๆ มากมายได้แก่ ใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุกุญแจไฟ ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกต่างๆ เช่น ใช้ทำหัวสำหรับพ่นไอร้อนที่ใช้ในการขับเคลื่อนจรวด เบ้าหลอมโลหะตัวถ่านทานไฟฟ้า ส่วนประกอบต่างๆ ในเตาเผาและอื่นๆ จากคุณสมบัติของซิลิกอนคาร์ไบด์ในการนำไปพัฒนา ทำเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุกุญแจไฟและเซรามิกต่างๆ มากมายจึงทำให้สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามกระบวนการผลิตในการยึดติดกันเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ดังนี้

### 2.2.3 การแบ่งผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์

#### 2.2.3.1 ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการยึดติดกันเป็นรูปร่าง

##### (self-bonded silicon carbide)

ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

- การยึดติดกันโดยวิธีการตกหลักใหม่ของซิลิกอนคาร์ไบด์ (recrystallized silicon carbide)

วิธีการนี้จะนำอาซิลิกอนคาร์ไบด์ไปขึ้นรูป จากนั้นนำไปตกหลักใหม่ (recrystallized) ที่อุณหภูมิสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อความร้อนได้สูงและทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้มาก

- การยึดติดกันโดยวิธีการเผาเน็ก (sintering) ซิลิกอนคาร์ไบด์มีสารที่ช่วยในการเผาเน็กอยู่ในตัว วิธีการนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีความแข็งแรงสูง (high strength) และสามารถทำให้มีสมบัติทางกายภาพอื่นๆ ตามที่ต้องการได้

#### 2.2.3.2 ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการอัดโดยใช้ความร้อน

##### (hot pressed silicon carbide)

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เตรียมได้โดยการอัดภายใต้ความดันประมาณ 10000 ปอนด์ต่อตารางนิวตันที่อุณหภูมิ 2000 ถึง 2560 องศาเซลเซียส จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อผนึกแน่น นอกจากนี้ในบางครั้งยังมีการเติมสารอื่นๆ ลงไว้อีกเล็กน้อยเพื่อทำให้เนื้อแน่นขึ้น การขึ้นรูปโดยวิธีการนี้จะมีข้อจำกัดคือ จะขึ้นรูปได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างธรรมชาติไม่สัดส่วนซับซ้อน

### 2.2.3.3 ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการยึดด้วยแกรไฟต์

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ อนุภาคของแกรไฟต์จะกระจายตัวอยู่ในช่องระหว่าง พลีกของซิลิกอนคาร์ไบด์ทำให้มีการแทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วได้ดี ทำให้ เหมาะสำหรับการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วได้แก่ หัวจรวด (rocket nose cone) และหัวพ่นไฟ (nozzles)

### 2.2.3.4 ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการยึดติดกันโดยใช้ดิน เป็นตัวยึด (claybonded silicon carbide)

ผลิตภัณฑ์ที่ยึดติดกัน โดยวิธีการนี้ เป็นวิธีการที่ถูกออกแบบมาใช้กับ เตาเผาไม้เป็นเวลานานแล้ว ได้แก่ การทำอิฐทนไฟที่ใช้กับเตาเผาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ จะมีความแข็งแรงสูง ทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีและทนต่อตะกรันโลหะได้ดี (slag resistance)

### 2.2.3.5 ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการยึดติดกันโดย สารประกอบซิลิกาต (silicate-bond siliconcarbide)

วิธีการยึดติดกันด้วยสารประกอบซิลิกาตนี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เนื้อของ ซิลิกอนคาร์ไบด์นิ่งกอยู่ด้วยกันได้ที่อุณหภูมิต่ำ

### 2.2.3.6 ผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการยึดติดกันโดย ซิลิกอนไนโตรค์ (silicon nitride, $\text{Si}_3\text{N}_4$ )

วิธีนี้เป็นกรรมวิธีที่ปรับปรุงขึ้นมา เพื่อให้เนื้อซิลิกอนคาร์ไบด์ยึดติดกันได้ดีกว่าวิธีการยึดติดกันด้วยสารประกอบซิลิกาต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่า แต่มีความสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (resistance to thermal shock) ได้น้อยกว่าและทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ต่ำกว่าวิธีการยึดติดกันด้วยตัวของมันเอง

### 2.2.4 การเสื่อมสภาพของซิลิกอนคาร์ไบด์ (decomposition of siliconcarbide)

กรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของซิลิกอนคาร์ไบด์ตามที่กล่าวมาแล้วในการ นำอาเพลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปใช้งานนั้น ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่มีผลต่ออายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ของซิลิกอนคาร์ไบด์เหล่านั้น เช่น การใช้งานหรือการเก็บผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไว้ภายใต้ บรรยากาศที่มีออกซิเจน (oxygen) จะพบว่าซิลิกอนคาร์ไบด์สามารถถูกออกซิไดส์ที่ละน้อย มีผลทำ ให้ซิลิกอนคาร์ไบด์เปลี่ยนไปเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ดังปฏิกิริยาที่ (2.7)



การเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้จะพบได้มากในผลิตภัณฑ์ของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ใช้ทำเป็นแท่งให้ความร้อน (heating element) ซึ่งจะพบว่าเมื่อใช้งานไปนาน ๆ หรือแม้แต่เก็บไว้ในบรรยายกาศที่มีอุณหภูมิสูง จะทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ามีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อายุการใช้งานของแท่งให้ความร้อนลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าผลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดส์ได้ดีขึ้นอย่างไรก็เด่นอกจากออกซิเจนแล้วความชื้นและกรดไฮโดรฟลูออริก (hydro-fluoric acid) ก็มีผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ กล่าวคือเมื่อนำผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ไปใช้งานที่อุณหภูมิสูง ๆ และมีน้ำหรือไอ้น้ำอยู่ในบรรยายกาศนั้น จะพบว่าซิลิกอนคาร์ไบด์ถูกออกซิไดส์ได้ดังปฏิกิริยาที่ (2.8)



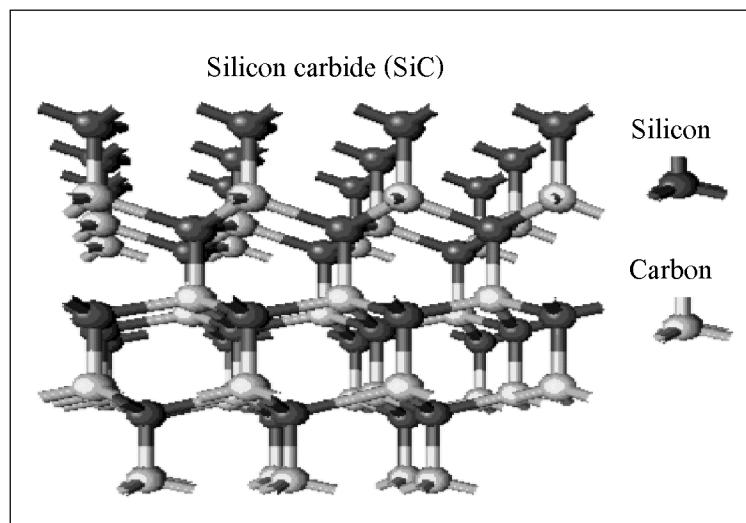
ส่วนกรดไฮโดรฟลูออริกนั้นพบว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ถูกออกซิไดส์ไปเป็นซิลิกอนไ化ออกไซด์แล้ว เมื่อนำอาเพลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งานหรือเก็บรักษาไว้ภายใต้บรรยายกาศที่มีกรดไฮโดรฟลูออริกหรือมีฟลูออไรด์ (fluoride) ซิลิกอนไ化ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮด์ออกซิไดส์ที่อุณหภูมิห้องดังปฏิกิริยาที่ (2.9)



มีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลงจากสมบัติต่าง ๆ ของซิลิกอนคาร์ไบด์จะพบว่าได้มีการพัฒนานำอาเพลิตภัณฑ์ซิลิกอนคาร์ไบด์ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย อุตสาหกรรมภายในประเทศก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, 2545)

### 2.2.5 ผลิตภัณฑ์ของซิลิกอนคาร์ไบด์ (product of silicon carbide)

ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นวัสดุหนึ่งที่มีสมบัติที่ดีเด่นหลายประการอาทิ มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอและการผุกร่อน มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น



รูปที่ 22 โครงสร้างของซิลิกอนคาร์ไบด์ (<http://members.tripod.com>)

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากซิลิกอนคาร์ไบด์ มีใช้ในหลากหลายชนิด โดยอาศัยสมบัติที่โดดเด่นในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยไม่จำเป็นต้องนำไปใช้งานเฉพาะด้าน หรือในโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันคือ

**แหวนกันซึม (seal ring)** ชิ้นแหวนกันซึมที่ทำจากซิลิกอนคาร์ไบด์ จะมีความคงทน ต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน มีความเสียดทานน้อย ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างฉับพลัน สามารถนำความร้อนได้ดี มีขนาดที่แม่นยำและมีน้ำหนักเบา แหวนกันซึม ซิลิกอนคาร์ไบด์ สามารถนำมาใช้กับระบบปั๊มที่เกี่ยวข้องกับร้อนต์ ใช้ในโรงงานกลั่น โรงงานผลิตเชื้อและกระดาษ การทำเหมือง เครื่องกรุและเครื่องขูด

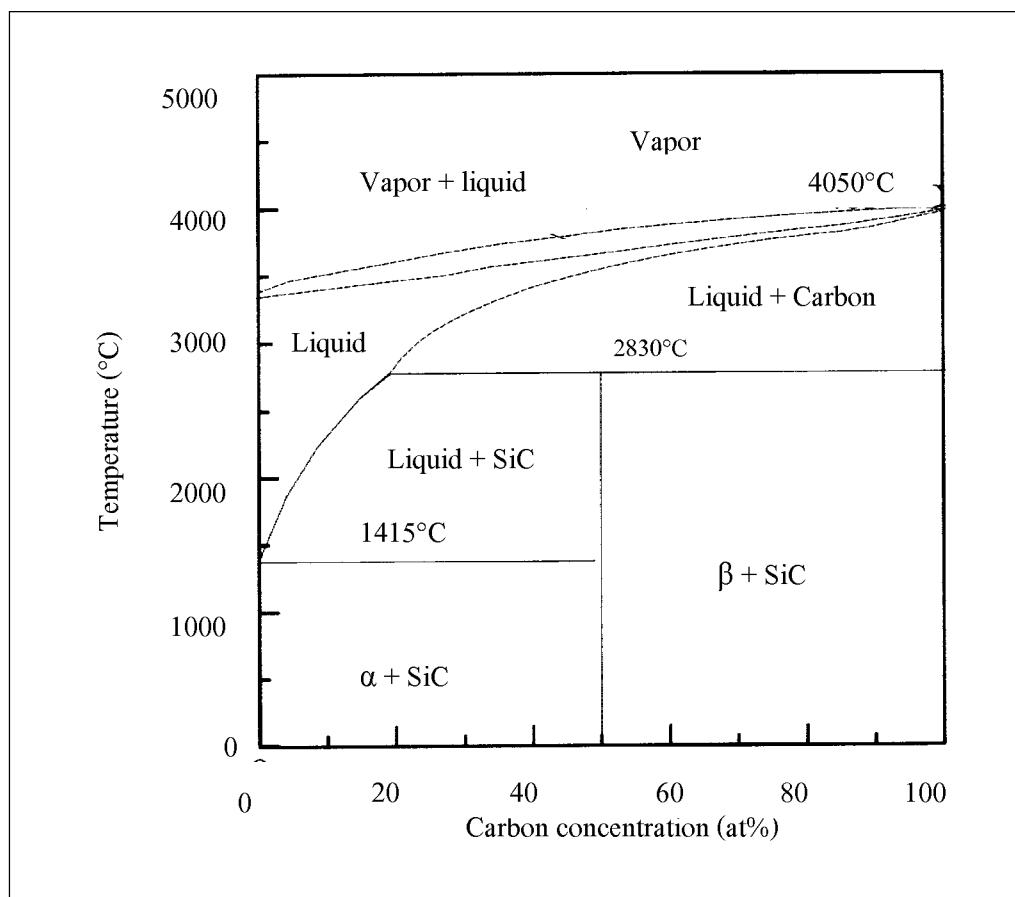
**ไฮโดรไซโคลน (hydro cyclone)** ไฮโดรไซโคลนซิลิกอนคาร์ไบด์มีความคงทน การสึกหรอสูง สามารถใช้ได้มากกับเหมืองหิน อายุการใช้งานของไฮโดรไซโคลนที่ทำจากซิลิกอนคาร์ไบด์ นานกว่า 5 เท่าของไฮโดรไซโคลนที่ทำจากเซรามิกชนิดอื่น

ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นท่อแลกเปลี่ยนความร้อนซิลิกอนคาร์ไบด์ มีความคงทน ต่อการกัดกร่อน สามารถนำความร้อนได้ดี และมีความแข็งแรงสูง นำมาใช้ในโรงงานต่าง ๆ อาทิ โรงงานสารเคมี

**อุปกรณ์วัสดุกึ่งตัวนำ (semiconductor)** วัสดุกึ่งตัวนำที่ทำจากซิลิกอนคาร์ไบด์ มีน้ำหนักเบา ความแข็งสูง มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง นำความร้อนได้ดีกว่าวัสดุกึ่งตัวนำที่ผลิตจากโลหะ สามารถผลิตได้ หลากหลายรูปร่างและขนาด วัสดุกึ่งตัวนำซิลิกอนคาร์ไบด์ สามารถ

นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ แวกคิวัมชัก (vacuum chuck) อะเชพเตอร์ (susceptor) ในกระบวนการผลิตเควฟอร์กิ่งตัวนำซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า シリกอนคาร์บิดสามารถใช้ประโยชน์ได้ในช่วงกว้าง และหากหาอยู่อุตสาหกรรม จึงเป็นวัสดุเซรามิกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการวิจัยพัฒนา (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ, 2545)

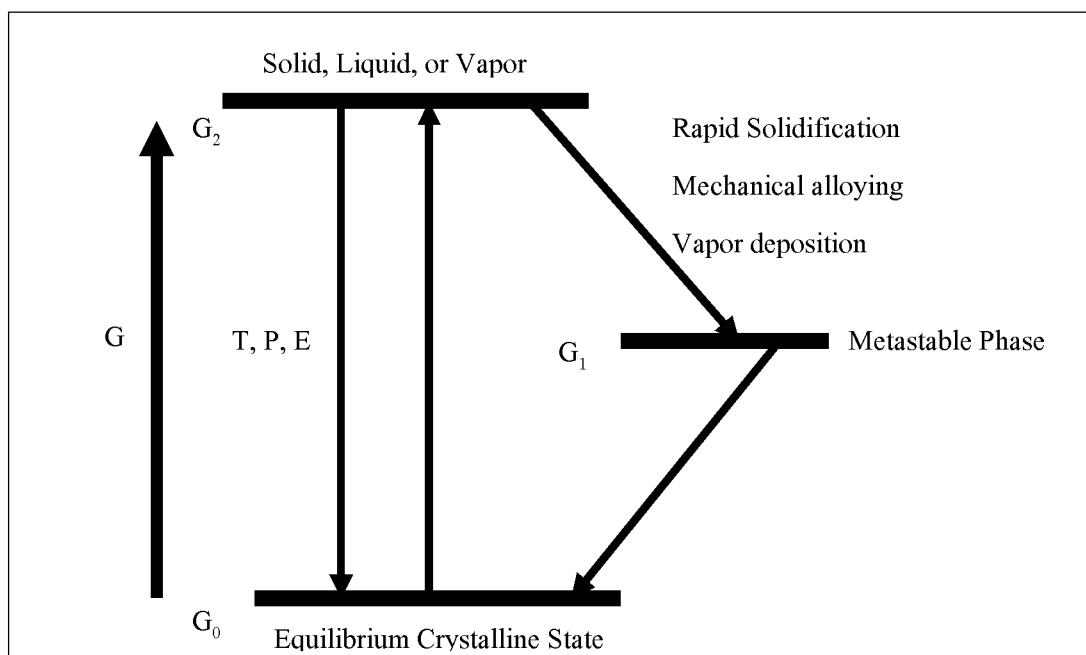


รูปที่ 2.3 แผนภูมิวัสดุภาคของ SiC (Tairov and Tsvetkov, 1988)

## 2.3 การบดผสมแบบเชิงกล (Mechanical Alloying, MA)

### 2.3.1 ประวัติความเป็นมา (history)

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้มีการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงสมบัติของวัสดุ โดยมีการปรับปรุงทั้งสมบัติและประสิทธิภาพของวัสดุ ซึ่งถูกย�认ว่าสำคัญในการปรับปรุงนั้นมีหลายด้านคือ ด้านทางกล ด้านเคมี ด้านกายภาพ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ความร้อน ทางกล และกระบวนการเครื่องกลความร้อน อย่างไรก็ตามเมื่อมีความต้องการที่จะเพิ่มคุณสมบัติให้แก่วัสดุ ทำให้วัสดุมีความร้อน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นและความเบามากกว่าวัสดุธรรมชาติ จึงมีอุปแบบและการพัฒนาวัสดุขึ้นสูง วัสดุขึ้นสูงนั้นจะให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นระบบที่มีการสังเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของวัสดุให้มีความแน่นอนเพื่อที่จะประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เนื่องจากวัสดุขึ้นสูงทั้งโครงสร้างและการทำให้เกิดเป็นวัสดุขึ้นสูงสามารถควบคุมได้โดยใช้กระบวนการออยู่ในสภาพที่ไม่เสถียร ในกระบวนการที่นำมาใช้ในธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็น การแข็งตัวอย่างรวดเร็ว (rapid solidification) การบดผสมแบบเชิงกล (mechanical alloying) กระบวนการพลาสม่า (plasma processing) และการตกตะกอนของไอสาร (vapor deposition) กระบวนการเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญและได้มีการศึกษาทดลองในกระบวนการ จะเห็นได้ว่ารากฐานที่สำคัญที่แท้จริงของเทคนิคที่จะสังเคราะห์วัสดุในสภาพที่ไม่เสถียร จะทำได้โดยมี พลังงาน (energizing) และการเย็นตัวฉบับพลัน (quenching)



รูปที่ 2.4 พลังงานที่เกิดและการเย็นตัวอย่างรวดเร็วที่ให้เกิดวัสดุอุปเสถียร (Suryanarayana, 2001)

ค่าพลังงานที่มีผลต่อการทำวัสดุเข้าสู่สภาพที่ไม่เสถียรค่อนข้างสูง โดยมีการใช้แรงในการเคลื่อนที่จากภายนอก เช่น การหดอ่อนเหลว การกดลายเป็นไอ การแพร่งซึ่งความดันหรือพลังงานที่ได้จากการสะสมพลังงานทางกล การเดิรูปคลา沃 (plastic deformation) ซึ่งวัสดุที่ถูกคลื่นหรือคีอี驱动 material ค่าพลังงานโดยปกติมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพจากของแข็งเป็นของเหลว หรือแก๊ส วัสดุที่ถูกการทำการเย็นตัวฉบับพลัน ภายในจะมีการจัดเรียงตัวอยู่ในสภาพแข็งแข็ง ต่อจากนั้นสามารถใช้สารตึงต้าน เพื่อให้ได้โครงสร้างตามต้องการ โดยการชุบหรือให้ความร้อนในกระบวนการ แสดงให้เห็นว่าวัสดุที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณลักษณะทางด้านกายภาพและทางกล เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการธรรมชาติ ความสามารถในการใช้เทคนิคของแต่ละกระบวนการมีความแตกต่างกันออกไป ที่จะสังเคราะห์ให้เกิดโครงสร้างแบบอุปเสถียร (metastable) จะสามารถคำนวณได้อย่างง่าย ๆ โดยวิธีการวัดหรือการประมาณค่าจาก การเบี่ยงเบนจากจุดสมดุล นั่นคือ เมื่อพลังงานมีค่าสูงสุดสามารถเก็บสะสมพลังงานส่วนที่มากเกินของโครงสร้างที่สมดุล ลิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการทำให้เกิดสภาพที่ไม่สมดุล (non-equilibrium) ขึ้นอยู่กับจะอยู่เทคนิคของแต่ละกระบวนการ ซึ่งในพลังงานส่วนที่เกินจะอยู่ในหน่วยของ กิโลจูลต่อโมล (kJ/mol) ซึ่งได้มีการให้ความคิดเห็นว่าคือ อัตราของประสิทธิภาพ การเย็นตัวฉบับพลัน (effective quenching rate) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงแต่กระบวนการจึงมี การคำนวณที่แตกต่างกันออกไป ผลที่จะไม่ได้ค่าที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิค การตกตะกอนของไอสารและการฝังไอออนที่พิว (ion implantation) เทคนิคเหล่านี้ เป็นการทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจากสมดุลได้มาก (หรืออัตราของประสิทธิภาพการเย็นตัวฉบับพลัน) ทางด้านการบดผสมแบบเชิงกล เป็นเทคนิคที่ทำให้วัสดุไม่เข้าสู่สมดุลได้มากกว่า เช่น การแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุล ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลของแต่ละเทคนิค (Suryanarayana, 2001)

Technique	Effective quench rate (K/s)	Maximum departure from equilibrium (kJ/mol)
Solid state quench	$10^3$	-
Rapid solidification	$10^5$ - $10^8$	2-3
Mechanical alloying	-	30
Mechanical cold work	-	-
Irradiation/ion implantation	$10^{12}$	-
Condensation from vapor	$10^{12}$	-

ได้มีการคำนวณการเบี่ยงเบนจากจุดสมดุลของแต่ละเทคนิคของกระบวนการจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภายในเวลาไม่นานได้มีการสังเคราะห์วัสดุภาคของโลหะผสม (alloying) ทึ่งที่อยู่ในวัสดุภาคสมดุลและวัสดุภาคอุปเสถียร โดยเทคนิคของกระบวนการต่าง ๆ ทำให้เกิดความง่ายต่อการทำให้เกิดวัสดุภาคดังกล่าว อีกทั้งยังมีต้นทุนในการสังเคราะห์ต่ำซึ่งกระบวนการนี้คือ การบดผสมแบบเชิงกล (Mechanical Alloying, MA)

โดยหลักการแล้วการบด (milling) น่าจะหมายถึง การทำให้วัตถุดิบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ลดขนาดลงจนมีความละเอียด ซึ่งการบดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบดควอตซ์ (quartz) การบดทัลค์ (talc) การบดแร่เหล็ก เป็นต้นเพื่อนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาหนึ่ง การบดด้วยลูกบด (ball mill) เป็นต้นแบบการลดขนาดในสมัยก่อนจะถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นวิธีที่สำคัญต่อการเตรียมวัตถุดิบด้วย จึงได้มีการพัฒนาการบดด้วยลูกบดให้มีประสิทธิภาพในการบดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่า การบดผสมแบบเชิงกล กระบวนการการบดผสมแบบเชิงกลที่ผ่านมาหนึ่งจะใช้เป็นการบดแบบการบดด้วยลูกบดและการบดแบบแท่งบด (rod mill) แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้ในการสังเคราะห์โลหะผสมและสารประกอบ (compound) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าจะเป็นครึ่งของมือที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมวัตถุดิบทางด้าน วัสดุขึ้นสูงในความเป็นจริงแล้วกระบวนการการบดผสมแบบเชิงกล เป็นกระบวนการที่มีการทำปฏิกริยาของของแข็ง (solid state reaction) เมื่อใช้วิธีการบดผสมแบบเชิงกลแล้ว สามารถทำให้เกิดเป็นโลหะผสมและสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งการทำปฏิกริยาแบบปกติอาจจะทำได้ยากหรืออาจจะทำไม่ได้เลย

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของการบด เพื่อลดขนาดของวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรม จึงเป็นกระบวนการหลักในการผลิต ในกระบวนการการบดผสมแบบเชิงกลที่ใช้การผลิตโลหะผสมและสารประกอบ ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถควบคุมโครงสร้างจุลภาค (microstructure) รูปร่างลักษณะ (morphology) ควบคุมลักษณะการเชื่อมเย็น (cold welding) และการแตก (fracture)

กระบวนการการบดผสมแบบเชิงกล เริ่มมีการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1966 บริษัท INCO หรือ International Nikel Company ได้มีการพัฒนาเพื่อที่จะทำการผลิต โลหะผสมที่มีนิกเกิลเป็นเนื้อหลัก (Nickel-base super alloy) โดยจะใช้ออกไซด์ (oxide) ไอกกระจายตัว (dispersion) ลงบน โลหะผสมนิกเกิล (nikel super alloy) เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงขึ้น ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในงานกังหันแก๊ส (gas turbine) ซึ่งจุดเริ่มของกระบวนการการบดผสมแบบเชิงกล นั้นจะมีอยู่ก่อนปี 1960 เป็นการพัฒนากระบวนการสร้าง โลหะผสมแกรฟไฟต์ (graphite alloy) โดยการฉีดนิกเกิล (inject nickel) ออกมานอกจากนั้นนำอนุภาคแกรฟไฟต์ (graphite particle) ลงในอ่างหลอมเหลว โดยใช้

argon spaying ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคที่คล้าย ๆ กัน จึงมีความพยายามที่จะคิดทำ โลหะผสมที่มีnickel เป็นเนื้อหลัก (Nickel base alloy) ด้วยการกระเจาของอนุภาคทอนไฟฟ์ (refractory particle) ลงบนนิกเกิล เหตุผลที่ต้องนำนิกเกิลมาเคลือบ (coat) ด้วยอนุภาคของออกไซด์ที่ไม่ชอบน้ำ ซึ่งจะทำให้ใช้ในสภาวะที่เปลี่ยนน้ำได้นั่นเอง ได้แก่ โลหะผสมนิกเกิลโลรัมเมียม (nickel chromium alloy) เป็นต้น

ต่อมาได้มีการใช้ทอรีเรีย (thoria, ThO<sub>2</sub>) และ เซอร์โคเนียม (zirconia, ZrO<sub>2</sub>) เคลือบลงบนนิกเกิลด้วยการใช้การบดพลังงานสูงด้วยลูกบด (high energy ball mill) เท่านี้ได้ว่าเริ่มมีการพัฒนานำเอาออกไซด์ มาเคลือบลงบน โลหะ ซึ่งไม่สามารถใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) ได้ เนื่องจากออกไซด์จะไม่เกิดทำปฏิกิริยา กัน เริ่มมีการใช้การบดพลังงานสูงด้วยลูกบด เช่นเดียวกัน แต่การบดพลังงานสูงทำให้ทำผง (powder) ออกมากได้เพียง 1 ลูกบาศเซนติเมตร ( $\text{cm}^3$ ) ต่อการบดเพียงหนึ่งครั้ง

กลางปี 1966 ได้ทำการพัฒนาเทคนิคบดด้วยลูกบด กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ ใช้ในการทำผง โลหะ สำหรับการศึกษาการเปลี่ยน ซึ่งจะหมายถึงการทำโลหะผสมด้วยตัวของมันเอง โดยผง โลหะ ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการนี้จะสามารถเคลือบวัสดุภาคแข็ง (hard phase) ด้วยวัสดุภาคอ่อน (soft phase)

ในปี 1970 นายเบนجامิน เป็นผู้เริ่มในการใช้เทคนิคการบดด้วยลูกบด เพื่อที่จะผลิตโลหะผสมที่เกิดการกระเจาตัวของออกไซด์เกิดความแข็ง (Oxide Dispersion Strengthened, ODS) ที่มีความซับซ้อน นำมาประยุกต์ใช้ในโครงสร้างที่ต้องทนความร้อนสูง เช่น ส่วนประกอบเครื่องบินความเร็วสูง เป็นวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถใช้การเตรียม การกระเจาตัวของอนุภาคออกไซด์ (dispersion of oxide particle ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ThO}_2$ )) ที่มีความละเอียดและสม่ำเสมอ ในโลหะผสมที่มีนิกเกิลเป็นเนื้อหลัก ซึ่งกระบวนการนี้ได้ประสบผลสำเร็จ วัสดุเหล่านี้ไม่สามารถทำได้โดยวิธีการเตรียมผง โลหะแบบธรรมชาติ (conventional powder metallurgy method)

ระหว่างปี 1970 มีการศึกษาวิจัยในส่วนของลักษณะการเกิดปฏิกิริยา เสื่อนไช การเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการ การบดผสมแบบเชิงกล จึงมีการออกแบบเครื่องมือให้มีความพิเศษขึ้น เพื่อที่จะนำมาใช้ในกระบวนการนี้ ขณะนั้นกระบวนการ การบดผสมแบบเชิงกล เป็นที่รู้จักกันดีเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตโลหะผสมที่เกิดการกระเจาตัวของออกไซด์เกิดความแข็งหลายชนิด ภายในหลักนายนายไวน์ ได้ใช้การบดด้วยลูกบด ในการทำให้เกิดใน โอบีเมียม (Nb) และทิน (Sn) เป็นอัมอร์ฟัส (amorphous) ที่อ่อนหักมีห้อง

ในปี 1983 มีการนำเอาเทคนิคที่แปลงใหม่เข้ามาใช้การผลิตโลหะผสมอัมอร์ฟัส  $\text{Ni}_{60}\text{Nb}_{60}$  เทคนิคที่นำเข้ามาคือ การบดพลังงานสูงด้วยลูกบด โดยใช้ผงนิกเกิลและไนโอบีเมียม

เป็นสารตั้งต้น จากนั้นมาวิธีการการบดผสมแบบเชิงกลได้ประสบผลสำเร็จในการสังเคราะห์ให้เกิดโลหะผสมอัลลอยอย่าง

เทคนิคการบดผสมแบบเชิงกลในการสังเคราะห์วัสดุภาคของโลหะผสมและการผลิตการกระจายตัวของออกไซด์เกิดความแข็ง จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ

### **2.3.2 กระบวนการของการบดผสมแบบเชิงกล (the process of mechanical alloying)**

ตามความจริงเริ่มแรกของการบวนการการบดผสมแบบเชิงกลเกิดจากการผสมผงโดยมีอัตราส่วนผสมที่คงที่ ใช้กำลังในการบดผสมด้วยการใช้วิธีการบด ซึ่งมีการใช้ตัวช่วยในการบด (grinding medium) เช่น ลูกบอลเหล็ก (steel balls) ในการบดต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งที่ทำให้ผงที่ทำการบดนั้นเข้าสู่สมดุล steady state จากนั้นทำให้เกิดความแข็งแรงภายใต้ bulk shape นำไปให้ความร้อน (annealing) ทำให้ได้โครงสร้างและสมบัติที่ต้องการ

ซึ่งสิ่งที่สำคัญของกระบวนการของการบดผสมแบบเชิงกลประกอบไปด้วย วัตถุดิบ (raw material) การบด (the milling) และตัวแปรผันกระบวนการ (process variable)

#### **2.3.2.1 วัตถุดิบ (raw material)**

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการของการบดผสมแบบเชิงกลสามารถใช้ผงที่มีความบริสุทธิ์ได้หลายอย่าง จะมีอนุภาคอยู่ในช่วง 1-200 ไมโครเมตร ( $\mu\text{m}$ ) แต่อนุภาคก็ไม่ได้จำกัดให้อยู่ ในช่วงนี้เท่านั้น อนุภาคที่ยอมรับรับได้นั้นควรมีขนาดที่เล็กกว่าลูกบอลที่ใช้ทำการบด เนื่องจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เวลาอย่างในการบดผสม ผงที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบจะมีหลายประเภท เช่น โลหะบริสุทธิ์ (pure metal) โลหะแม่ (master alloy) ผงโลหะผสม (pre-alloy powder) และสารประกอบทนไฟ (refractory compound) วัสดุกระจายตัวเกิดความแข็ง (dispersion strengthened) ปกติจะมีคาร์ไบด์ (carbide) ไนไตรด์ (nitride) และออกไซด์ที่เพิ่มเข้ามา ออกไซด์ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดโลหะผสมต่างๆ โดยเป็นที่ทราบกันเป็นวัสดุกระจายตัวของออกไซด์เกิดความแข็ง เริ่มแรกของการบดผสมแบบเชิงกลจะใช้ผงโลหะใส่ลงในปริมาณอย่างน้อยสุดร้อยละ 15 โดยปริมาตร (vol%) เพื่อให้เกิดความเหนียว เมื่อลูกบดเคลื่อนที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปของผงที่ทำการบดเกิดการรวมตัวกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการผสมวัตถุดิบที่มีความประาะ ซึ่งผลที่ออกมานั้นว่าประสบความสำเร็จสามารถที่จะสร้างเป็นโลหะผสมได้ ดังนั้นความจำเป็นที่ต้องใช้ผงโลหะที่มีความเหนียว ใส่เข้าไปในการบดก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป ลักษณะการบดจะมีการใช้ผงในการบดจะมีอยู่หลายแบบคือ วัตถุดิบที่มีความเหนียว กับความเหนียว (ductile-ductile) วัตถุดิบที่มีความเหนียว กับความแข็ง (ductile-brittle) และวัตถุดิบที่มีความแข็ง กับความแข็ง (brittle-brittle) นำมาบดเพื่อที่จะสร้างโลหะผสม จึงเป็นสิ่งที่แปลงใหม่ในการที่จะสร้างโลหะผสมขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นยังมีการนำอาช่องแข็ง (solid) กับของเหลว (liquid) มารวมกันเพื่อทำการบด

### 2.3.2.2 การบด (the milling)

ชนิดเครื่องมือที่จะใช้ในการบดที่ใช้พลังงาน มีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบการบดในแต่ละวิธี

- การบดแบบเขย่า (shaker mill)

การบดแบบเขย่า เช่น เครื่องบดสเปก (SPEX mill) ผงที่ได้ทำการบด ในแต่ละครั้งจะมีปริมาณ 10-20g ซึ่งเครื่องบดสเปก สร้างโดยบริษัท SPEX CertPrep, Metuchen, NJ การบดจะประกอบไปด้วย หม้อบดที่บรรจุด้วยสารตั้งต้นกับลูกบด หม้อบดจะอยู่ในขาจับ (clamp) ยึดหม้อบดไม่ให้หลุดออก เมื่อเกิดการเหวี่ยงกลับไปกลับมาเป็นพื้นครั้งต่อนาที แต่ละครั้งในการเหวี่ยงลูกบดจะทำให้เกิดการกระแทกกระห่วงลูกบดกับผงที่ทำการบด จะเกิดการบดและผสมกัน เนื่องจากช่วงความกว้างในการเหวี่ยง (ประมาณ 5 cm) และใช้ความเร็วในการเหวี่ยง (ประมาณ 1200 รอบต่อนาที) เมื่อลูกบดที่มีความเร็วสูง (ประมาณ 5 m/s) จะทำให้เกิดแรงการชนกัน ซึ่งการชนกันจะทำให้เกิดความร้อนและปฏิกิริยา



รูปที่ 2.5 เครื่องบดแบบเขย่า (SPEX mill)

ต่อมาได้มีการออกแบบเป็น 2 หม้อบดจะทำให้ได้สารที่ต้องการมากขึ้น หม้อบดที่ใช้ในเครื่องบดสเปก ที่มีหลายชนิดด้วยกันคือ เหล็กชุบแข็ง (hardened steel) อะลูминิอา (alumina) อาเกต (agate) ทั้งสแตนคาร์บิด (tungsten carbide) ไซรอนโคเนีย (zirconia) สแตนเลสสตีล (stainless steel) ซิลิโคนไนไตรด์ (silicon nitride) และเมทาไครเดท (methacrylate)

● การบดแบบใช้แรงเหวี่ยง (planetary ball mill)

กระบวนการการบดผสมแบบเชิงกลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการการบดผสมแบบเชิงกลคือ การบดแบบใช้แรงเหวี่ยง (planetary ball mill) (หมายถึง Pulverisette) ในการบดแต่ละครั้งจะได้สารประมาณ 100 กรัมต่อครั้ง



รูปที่ 2.6 เครื่อง Pulverisette5 (<http://www.directindustry.com>)

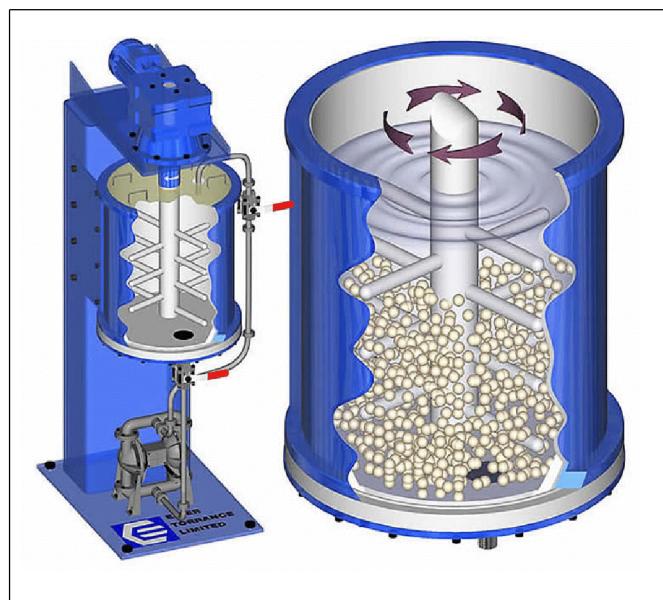
สร้างโดย Fritsch GmbH in Germany and marketed by Gilson Co., in the US and Canada. การบดแบบใช้แรงเหวี่ยง ซึ่งของเครื่องมือชนิดนี้มาจากการทำงานชั้นลักษณะการทำงานของหม้อบดนั้นเป็นการเคลื่อนที่เหมือนการเคลื่อนที่ของโลก (planet) ตัวหม้อบดจะอยู่บนฐานรองรับที่หมุนสวนทางกัน เมื่อเกิดการเคลื่อนที่หม้อบดจะหมุนรอบตัวเอง จะทำให้เกิดแรงหนีจุดศูนย์กลางเกิดขึ้น ภายในหม้อบดจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบกับลูกบด แรงหนีจุดศูนย์กลางเริ่มมีแรงมากขึ้นทำให้เหวี่ยงอนุภาคและลูกบดออกไปที่ผนังหม้อบดทำให้เกิดปรากฏการณ์การเสียดสี (friction effect) ในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต่างกันเกิดการชนกันของผนังลูกบดกับลูกบดจะเรียกว่า ปรากฏการณ์การกระแทก (impact effect)

ความเร็วของงานหมุนไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในเครื่องรุ่นก่อน ๆ เครื่องรุ่นใหม่ ๆ สามารถควบคุมความเร็วได้ เช่น Pulverisette 5 หรือ 7 ไม่นานมานี้ ได้มีการพัฒนาหม้อบดให้มีหลายชนิด เช่น การเผาเน็กซอรันดัม (sintered corundum) อะลูมินา อาเกต หังสตeten คาร์ไบด์ เชอร์โโคเนีย โครมสตีล (chrome steel) ซิลิกอน ในไตรด์ โครเมียมนิกเกิลสตีล (Cr-Ni steel)

และพลาสติกโพลีเอมายด์ (plastic polyamide) ถึงแม้ว่าความเร็วของการบดแบบใช้แรงเหวี่ยง จะมีความเร็วสูงกว่าเครื่องบดสเปกและการกระแทกกันมีความถี่ที่มากกว่าเครื่องบดสเปก แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน การบดแบบใช้แรงเหวี่ยงกลับมีพลังงานในการบดที่น้อยกว่า

- การบดแบบแอ็ตตริชัน (attrition mill)

เป็นการบดด้วยลูกบดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างกับ การบดด้วยลูกบดอกรรมดาตรังที่ การบดแบบแอ็ตตริชัน (attrition mill) นั้นจะมีใบกวนลูกบด ในกวนจะหมุนในหม้อบดที่มีลูกบดอยู่เต็มหม้อบด อัตราการบดขึ้นอยู่กับความเร็วในการหมุนกวน การบดแบบแอ็ตตริชัน เป็นเครื่องบดที่ลดขนาดของวัตถุคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.7 เครื่องบดแบบแอ็ตตริชัน (<http://blog.naver.com>)

เนื่องจากการชนกันของลูกบดไม่ว่าจะเป็น ระหว่างลูกบดกับผนังหม้อบด ระหว่างลูกบดกับลูกบด ระหว่างลูกบดกับใบกวน ซึ่งในบางครั้งการลดขนาดของวัตถุคุณภาพเกิดจากอนุภาคที่อยู่ตรงกลางลูกบดเกิดการชนและการบิดตัว การบดแบบแอ็ตตริชันเป็นเครื่องบดที่สามารถบดวัตถุคุณภาพได้บริมาณมาก (ประมาณ 0.5 ถึง 40 กิโลกรัม) แต่ละครั้งที่ทำการบด ความเร็วของการบดชนิดนี้จะมีความเร็วปานกลางเมื่อนำมาเทียบกับเครื่องบดชนิดอื่น ๆ ความเร็วของการบดแบบแอ็ตตริชันจะมีความเร็วต่ำกว่า การบดแบบใช้แรงเหวี่ยงและต่ำกว่าเครื่องบดสเปก ทำให้พลังงานของการบดนั้นมีค่าต่ำ หม้อบดของการบดแบบแอ็ตตริชัน มีอยู่ด้วยกันหลายขนาดและหลายชนิด เช่น สแตนเลสสตีลหรือ เหล็กชุบแข็งจะเคลือบภายในด้วย อะลูมินา ซิลิกอนคาร์ไบด์ ซิลิกอน

ในไตรด์ เชอร์โโคเนีย ยาง (rubber) และ โพลียูเรทาน (polyurethane) ซึ่งลูกบดมีหลายชนิด เช่น แก้ว (glass) ฟรินต์สโตน (flint stone) เชรามิกซิทไทล์ (steatite ceramic) มูลไลท์ (mullite) ซิลิกอน คาร์ไบด์ ซิลิกอน ในไตรด์ ไซอัลโลน (sialon) คาร์บอนสตีล (carbon steel) โคลรมสตีลและหังสแตน คาร์ไบด์

- การบดเชิงธุรกิจ (commercial mill)

การบดเชิงธุรกิจ จะพบว่า มีขนาดใหญ่ที่สุดในการบดแต่ละครั้ง ใน การบดแต่ละครั้ง จะใช้ปริมาณการบดถึง 100 ปอนด์ กายในจะบรรจุลูกบดในการบดมีน้ำหนักรวม ประมาณ 3000 ปอนด์ (1250 กิโลกรัม) เวลาในการบดลดลง ด้วยการเพิ่มพลังงานในการบด จะเห็นได้ว่า การบดเพียง 20 นาทีของเครื่องบดสเปกนั้นเท่ากับการบด 20 ชั่วโมง ของการบดที่ใช้พลังงาน ในตัว สามารถประมาณได้ว่า การใช้เวลาในการบดไปกี่นาทีของเครื่องบดสเปกซึ่งการบดแบบ แอ็ตทริชันอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงและการบดเชิงธุรกิจอาจใช้เวลาเป็นวัน

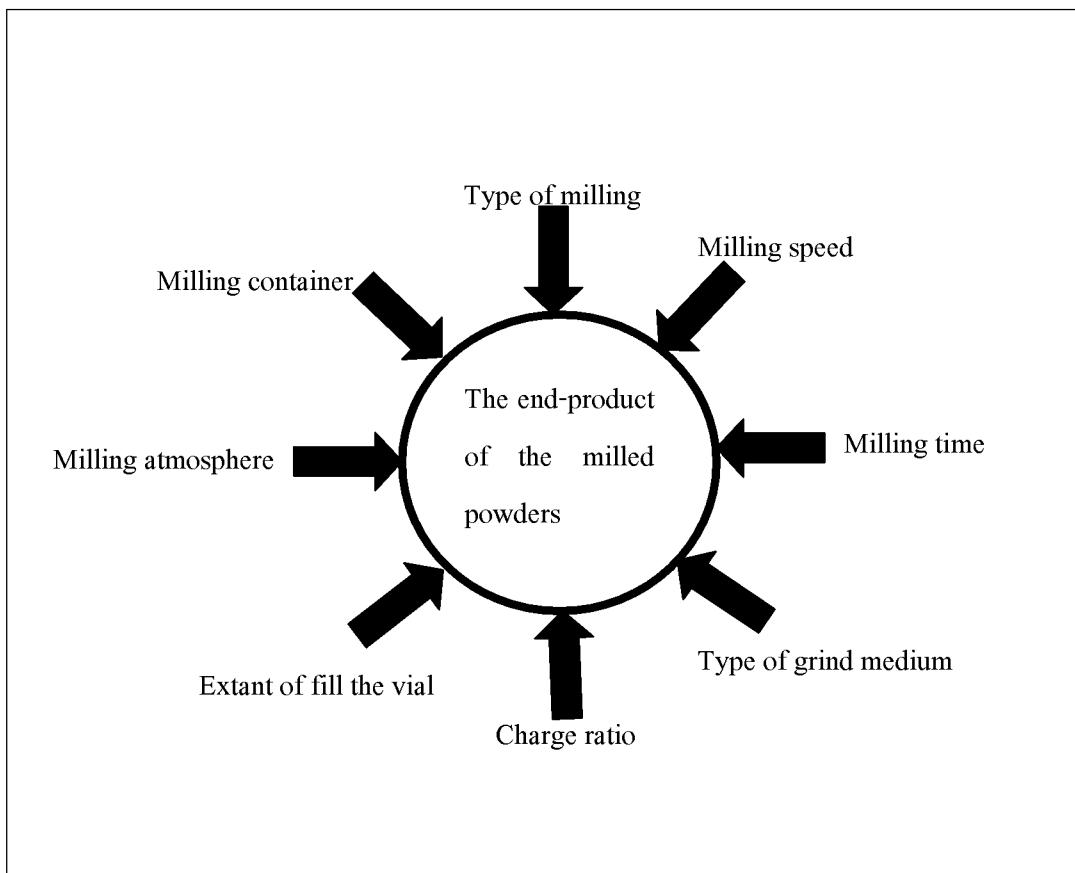
- การบดแบบใหม่ (new design)

การออกแบบการบด ได้มีการพัฒนาขึ้น ไม่กี่ปีมานี้ จึงรวมการบดแบบ แท๊เจนด์และการบดแบบ ไวเบรชันเฟรม (vibration frame mill) เรียกว่า super misumi nev-ma-8 มีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของการบดจาก อุณหภูมิตำถึงอุณหภูมิสูง

### 2.3.2.3 ตัวแปรผันของกระบวนการ (process variable)

การบดผสมแบบเชิงกล เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและประกอบด้วยตัวแปร หลายอย่างในการควบคุม เพื่อที่จะให้ได้วัสดุภาค หรือโครงสร้างทางจุลภาคอย่างตามความต้องการ ตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดวัสดุภาคและโครงสร้างทางจุลภาค คือ

- ประเภทของการบด (type of milling)
- ประเภทของหม้อบด (millling container)
- ความเร็วในการบด (milling speed)
- เวลาในการบด (milling time)
- ประเภทของลูกบด (type of grind medium)
- อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักลูกบดต่อน้ำหนักสาร (charge ratio)
- ช่องว่างของหม้อบด (extant of fill the vial)
- บรรยากาศในการบด (milling atmosphere)



รูปที่ 2.8 ปัจจัยการแปรผันของกระบวนการการบดพสมแบบเชิงกล (Suryanarayana, 2001)

- ประเภทของการบด (type of mill)

ชนิดของการบดที่แตกต่างมีการมีผลต่อการเกิดกระบวนการการบดพสมแบบเชิงกล สิ่งที่แตกต่างในการบดก็มีหลายอย่าง ปริมาณความจุ (capacity) ความเร็วในการบด (speed of operation) และความสามรถในการควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (temperature) ในการบดและการปนเปื้อนความมีน้อยที่สุด ซึ่งชนิดของผงที่ทำการบด ความบริสุทธิ์ ปริมาณ จะเป็นตัวกำหนดสารประกอบที่ต้องการ

อย่างไรก็ตามเครื่องบดสเปก จะใช้ในการสังเคราะห์โลหะพสม การบดแบบใช้แรงเหวี่ยงหรือการบดแบบแยกตัวชัน ก็ทำได้เหมือนกันแต่มีปริมาณในการสังเคราะห์มีมากกว่าแตกต่างกัน

### ● หม้อบด (milling container)

วัตถุดิบที่นำมาทำหม้อบดมีความสำคัญต่อการบด เนื่องจากหม้อบดต้องทนรับแรงกระแทกของลูกบด ได้ซึ่งบางวัตถุดิบที่นำมาทำหม้อบดอาจเกิดการเคลื่อนที่และหลุดออกมากับผงที่ทำการบดอยู่ ทำให้ผงเกิดการปนเปื้อน ถ้าหม้อบดมีผนังหม้อบดที่เป็นวัตถุดิบที่ต่างชนิดกับผงที่ทำการบดผงอาจเกิดการปนเปื้อนจากหม้อบดได้ ถ้าใช้หม้อบดที่ใช้วัตถุดินที่เหมือนกับผงที่ทำการบดควรมีการคำนวณผงที่ใส่ลงไปเพื่อที่จะชดเชยส่วนที่เพิ่มขึ้นมา

### ● ความเร็วในการบด (mill speed)

เมื่อความเร็วในการหมุนเร็วมากจะทำให้เกิดการส่งผ่านพลังงานไปยังผงที่ทำการบด ได้มาก แต่ไม่ได้เป็นไปตามทุกกรณี ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบการบด ข้อจำกัดของการบดที่ค่าความเร็วสูงที่สุดในการบดในแต่ละครั้งจะออกมากไม่เท่ากัน เมื่อใช้รูปแบบการบดที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การบดด้วยลูกบด เมื่อเริ่มเพิ่มความเร็วให้กับการบดด้วยลูกบดจนถึงจุดความเร็วิกฤต (critical speed) ณ จุดนี้ลูกบดถืออยู่ในหม้อบดจะลูกแรงเหวี่งให้หยดติดกับผนังหม้อบด ทำให้ไม่เกิดการตกของลูกบด ทำให้ไม่เกิดแรงตกระแทบ (impact force) ดังนั้นค่าความเร็วสูงสุดควรจะมีค่าต่ำกว่าความเร็วิกฤต ซึ่งจะทำให้บดตกลงมาจากจุดที่สูงสุดทำให้ค่าพลังงานออกมากสูงสุด

เมื่อความเร็วสูงสุดจะเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วยทำให้เกิดการเป็นเนื้อเดียวกัน (homogenization) หรือโลหะผสมในผงที่ได้ทำการบด แต่ในบางกรณีอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้การเกิดปฏิกิริยา แต่อาจทำให้เกิดการสลายตัว (decomposition) ของสารละลายของของแข็งอิ่มตัว (super saturate solid solution) หรือการเกิดวั�ภากอุปเสถียร (metastable phase) อื่น ๆ ขึ้นมาอีก ในระหว่างการบดจะมีอุณหภูมิสูงบางที่ที่อุณหภูมิสูงนั้นอาจเกิดการปนเปื้อนในการบดได้

### ● เวลาในการบด (milling time)

เวลาเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของการบด โดยปกติเวลาจะเป็นตัวแปรที่กำหนดในการเข้าสู่สภาพสมดุล (steady state) เมื่อเกิดการแตกและการเข้ามหัน เวลาเป็นตัวกำหนดและต้องขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยด้วยเช่น รูปแบบการบด ประสิทธิภาพในการบด อัตราส่วนน้ำหนักของลูกบดต่อน้ำหนักสาร และอุณหภูมิในการบด ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา เมื่อใช้เวลาที่มากเกินอาจทำให้เกิดมีการเจือปนได้ ดังนั้นควรใช้เวลาในการบดให้เหมาะสมไม่ควรเร็วหรือนานเกินไป

- ชนิดของลูกบด (grinding medium)

เหล็กชุบแข็ง ทุ่ลสตีล (tool steel) เหล็กโครเมียมชุบแข็ง (hardened chromium steel) tempered steel สแตนเลสสตีล ทั้งสเตนคาร์ไบด์โคบอัลต์ (WC-Co) ทั้งสเตนคาร์ไบด์ เคลือบด้วยเหล็ก (WC-line steel) และเหล็กแบร์ริง (bearing steel) เหล่านี้เป็นชนิดของลูกบดที่ใช้ทั่วไป ความหนาแน่นของลูกบดควรเลือกที่มีค่าสูง ๆ ความหนาแน่นสูง ๆ นั้นจะสร้างแรงกระแทบได้มาก

บางครั้งวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบเฉพาะ เช่น ทองแดง (copper) ไททาเนียม (titanium) เพาโน๊กคอรันดัม อิชเทเรียมสเตรบิไลซ์เซอร์โคเนียม (Yttrium Stabilized Zirconia, YSZ) พานเซียลสเตรบิไลด์เซอร์โคเนียมกับอิชเทเรียม (partial stabilize zirconia + yttria) แซฟไฟร์ (sapphire) อะเกต ปอร์ซเลนแข็ง (hard porcelain) ซิลิกอนในไตรค์แลคอบเปอร์เบรลเลียม (Cu-Be)

ขนาดของลูกบดมีผลต่อประสิทธิภาพในการบด โดยปกตินาดของลูกบดที่มีขนาดใหญ่ (มีความหนาแน่นสูง) จะมีน้ำหนักมากกว่าทำให้เกิดการตกระบบนั้นให้พลังงานออกมากกว่า

- อัตราส่วนของน้ำหนักลูกบดต่อน้ำหนักผง (Ball to Powder weight Ratio, BPR)

อัตราส่วนของน้ำหนักลูกบดต่อน้ำหนักผงที่นำมาทำการบด (Ball to Powder weight Ratio, BPR) บางครั้งอาจจะเรียกว่า ชาร์ทเรโซ (charge ratio) เป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการบดอีกประการหนึ่ง ค่าของชาร์ทเรโซ มีค่าตั้งแต่ค่าต่ำ เช่น 1:1 และไปจนถึงค่าที่สูง เช่น 220:1 โดยปกติแล้วชาร์ทเรโซส่วนใหญ่ใช้ที่ 10:1 ชาร์ทเรโซนี้จะใช้ในหม้อบดที่มีปริมาตรน้อย ๆ เช่น เครื่องบดสเปก แต่เมื่อหม้อบดที่มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น เช่น การบดแบบแอตทริชันจะใช้ชาร์ทเรโซถึง 50:1 ในบางครั้งอาจจะเพิ่มเป็น 100:1

ชาร์ทเรโซมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการบด ถ้าชาร์ทเรโซมีค่าสูง ๆ เวลาในการบดจะใช้เวลาที่น้อยลงตัวอย่างเช่น ไททาเนียมอะลูมิเนียม (Ti - Al) ใช้เครื่องบดสเปกในการบดใช้ชาร์ทเรโซที่ 10:1 ใช้เวลาในการบดอยู่ที่ 7 ชั่วโมง เมื่อเพิ่มชาร์ทเรโซเป็น 50:1 จะใช้เวลาในการบด 2 ชั่วโมง และชาร์ทเรโซที่ 100:1 จะใช้เวลาในการบด 1 ชั่วโมง ที่ชาร์ทเรโซมีค่าสูง อัตราส่วนน้ำหนักของลูกบดจะมีค่ามากขึ้น

- ช่องว่างของหลอด (extent of fill the vial)

โลหะผสมที่เกิดขึ้นแรงตกระบบ ช่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพื้นที่ว่างพอสำหรับลูกบดและผง เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบ ๆ หม้อบด ดังนั้นจึงจำเป็นในการใส่ผงและลูกบดลงมีความสำคัญ ถ้าปริมาณปิดกำกัծของช่องว่างของลูกบดกับผงมีค่าน้อย จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามความต้องการ ถ้าขึ้นมาด้วยช่องว่างในการใส่มาก แต่พื้นที่ไม่เพียงพอต่อ

การเคลื่อนที่ของลูกบอล ทำให้ลูกบอลงรั่งกระแทกกันน้อยพลังงานที่ออกมาก็น้อยตามไปด้วย ดังนั้น ไม่ควรใส่ลูกบอลงรับพงชนเต็มหม้อบด โดยปกติแล้วจะเหลือพื้นที่ว่างประมาณ 50% ของหม้อบด

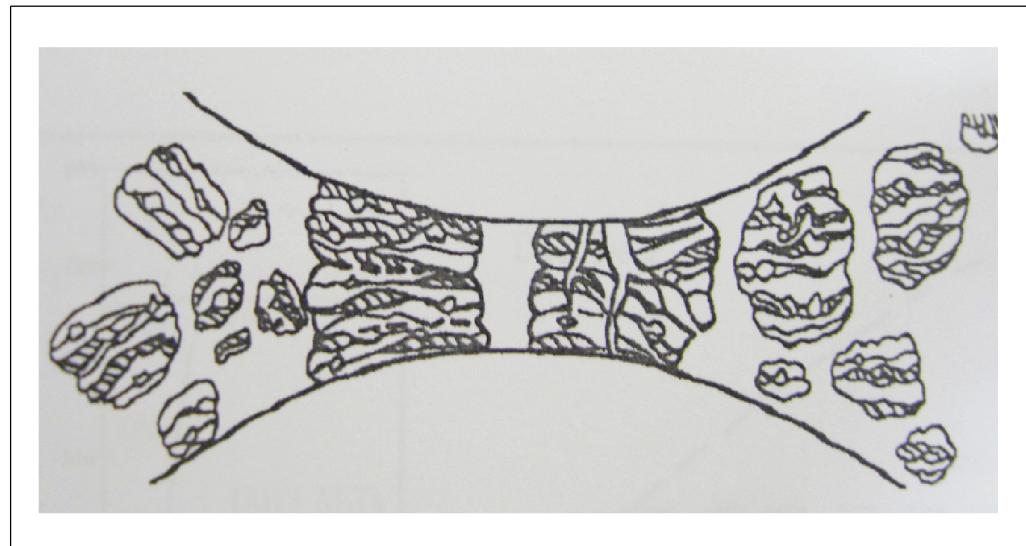
#### ● บรรยายการบด (milling atmosphere)

ผลกระทบหลักๆของการบดด้วยบรรยายการทั่วไป อาจจะทำให้เกิด การปนเปื้อนของผง ดังนั้นผงที่ได้ทำการบดจะมีการดูดอากาศออกหรือเพิ่มแก๊สเลื่อย เช่น อาร์กอน (argon) หรือ ไฮเดรียม (helium) (ไนโตรเจน (nitrogen) จะพบว่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับผงโลหะ) ซึ่งแก๊สอาร์กอนที่มีความบริสุทธิ์สูง (high purity argon) เป็นที่นิยมใช้กันเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือการปนเปื้อนของผง โดยปกติการนำผงเพื่อที่จะทำการบดจะอยู่ภายใต้ การควบคุมบรรยายการ ใน การควบคุมบรรยายการจะมีการใช้กล่องควบคุมบรรยายการ โดยมีการดูดเข้าและออกของแก๊สอาร์กอน

บรรยายการที่แตกต่างที่ใช้ในการบดสามารถที่จะสร้างสารประกอบตัวใหม่ได้ แก๊สไนโตรเจน หรือแอมโมเนีย ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบในไคร์ แก๊สไนโตรเจน ใช้ในการสังเคราะห์ไฮไดรด์ (hydride) ได้

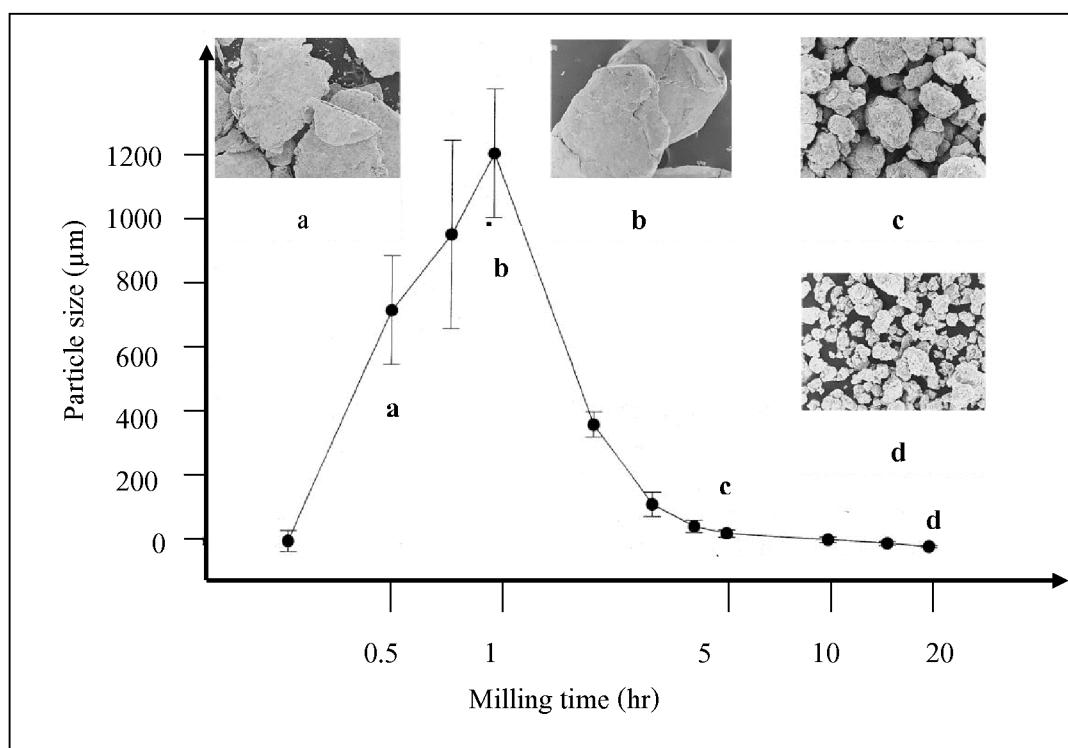
#### 2.3.3 กลไกการเกิดโลหะผสม (mechanism of alloying)

เมื่อยุ่นในกระบวนการการบดที่ใช้พลังงานสูง ผงที่ได้ทำการบดจะเกิดการ การแบน (flattened) การเชื่อมเย็น การแตก (fracture) และการกลับมาเชื่อมใหม่ (reweld) ทุก ๆ ครั้งที่ลูกบอลงร 2 ลูกชนกันจะมีแรงบางส่วนที่ติดกันอยู่ระหว่างกลาง จะมีอนุภาคประมาณ 1000 อนุภาค ที่ลูกบอลงร 2 ลูกนี้จะมีขนาดเล็กกว่า 0.2 มיקרเมตร จากการชนกันในแต่ละครั้งดังรูปที่ 2.9 แรงกระแทกในการชนกันทำให้ออนุภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปจากความเหนียวเกิดเป็นความแข็งจนทำให้เกิดการแตกออกของอนุภาค ซึ่งจะเกิดพื้นที่ผิวใหม่จะเกิดขึ้นกับการแตกออก จากนั้นจะเกิดการบีบอัดรวมตัวเข้าหากัน อนุภาคของผงจากน้ำดีก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้น



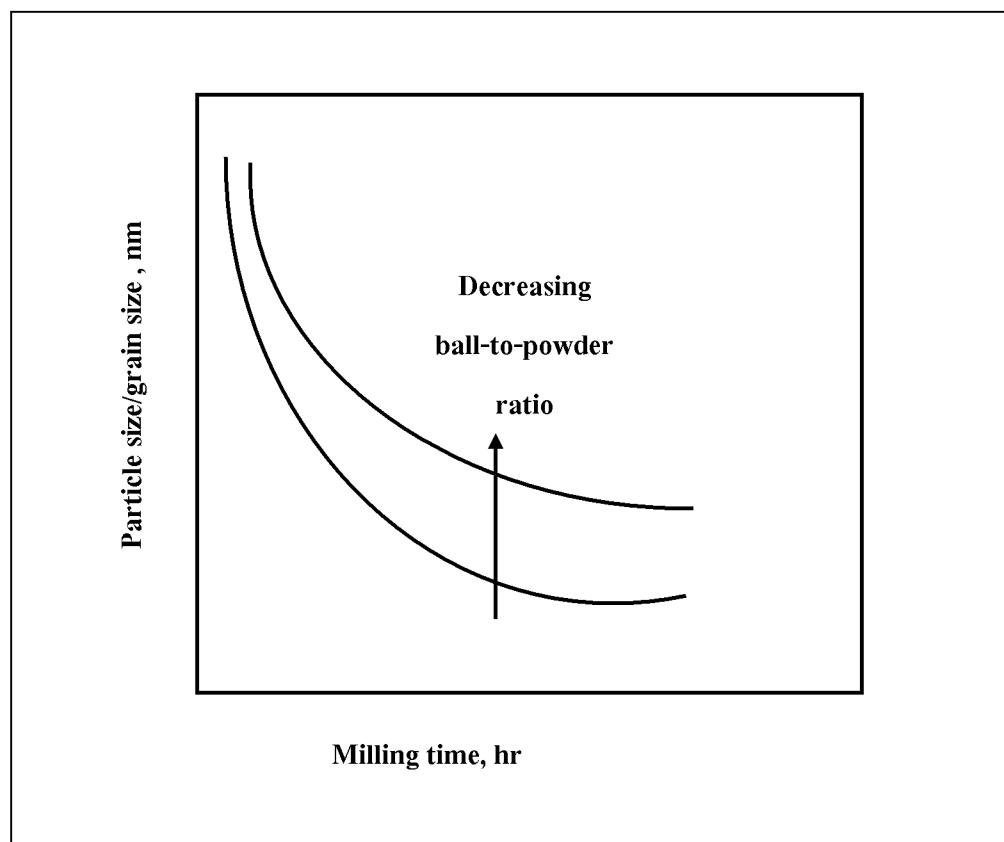
รูปที่ 2.9 ผงที่ถูกบดกระแทกในระหว่างการบดผสมแบบเชิงกล (Suryanarayana, 2001)

ในการบดระยะเริ่มแรกอนุภาคจะมีลักษณะที่นุ่ม (ถ้าเป็นการใช้แบบวัตถุคิดที่มีความหนืดต่อความหนืด ความหนืดต่อความแข็งประจำ วัตถุคิดที่มาผสมกัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) เมื่อเกิดการบีบอัดอนุภาคที่มีแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น ในบางครั้งขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่าต่อนเริ่มประมาณ 3 เท่า อนุภาคจะง่ายต่อการรวมตัวกันมีโครงสร้างเป็นชั้น ๆ เมื่อเกิดการรวมตัวและเปลี่ยนรูปไปเรื่อย ๆ อนุภาคจะเริ่มเกิดการแข็งตัวและแตกออกจากกัน ซึ่งเกิดกลไกของความถ่วง หรือเกิดจากการแตกของแผ่นเล็ก ๆ ดังรูปที่ 2.10 ในสภาวะนี้การแตกจะมีมากกว่าการกลับมาเขื่อนใหม่ เนื่องจากถูกบดเกิดการกระแทกอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นชั้นของที่ถูกกระแทก โดยถูกบดลมลักษณะที่เป็นชั้นความห่างระหว่างชั้นนั้นเริ่มลดลงและจำนวนชั้นนั้นเริ่มน้อยลง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการลดขนาดจะขึ้นอยู่กับพลังงานในการบด จะเห็นได้ว่าในการบดแบบธรรมดា (conventional ball mill) จะลดขนาดได้ช้ามาก ซึ่งการบดแบบธรรมดานี้เป็นการบดที่ใช้พลังงานที่ต่ำ เมื่อใช้พลังงานในการบดที่สูงขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการบดดีกว่า พลังงานในการบดที่สูงจะมีพลังงานที่เหลือออกมาก พลังงานนั้นจะออกมากในรูปแบบพลังงานความร้อน แต่ก็ยังมีพลังงานที่ยังคงทำให้เกิดการยืดตัว (elastic) และการเปลี่ยนรูปคลาวร (plastic deformation) ได้



รูปที่ 2.10 เวลาระยะเวลาการบดที่มีผลต่อขนาดอนุภาคขนาดอนุภาค (Suryanarayana, 2001)

จากที่กล่าวมาข้างต้นกระบวนการการบดพัสดุแบบเชิงกล ทำให้ออนุภาคเปลี่ยนแปลงรูปอย่างรุนแรง ซึ่งจะทำให้เกิด crystal defect เช่น dislocation vacancy และการเกิดขึ้นของ grain boundary เพิ่มขึ้น โครงสร้าง defect ทำให้เกิดการ diffusion ของตัวอุกคະลາຍเข้าสู่ภายในเนื้อหลัก (matrix) เมื่อกระบวนการดำเนินต่อไป โครงสร้างทางจุลภาคเริ่มมีความบริสุทธิ์ทำให้ปัจจัยการ diffusion จะลดลง ยิ่งไปกว่านั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นระหว่างการบดจะช่วยให้การ diffusion ดำเนินต่อไป ในการดำเนินกระบวนการการต่อไปจะทำให้เกิดโลหะพัสดุ แต่โลหะพัสดุนี้ยังไม่ได้เป็นโลหะพัสดุที่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิห้อง บางครั้งจำเป็นต้องนำไปให้ความร้อน (annealing) จึงจะได้เป็นโลหะพัสดุที่สมบูรณ์ เวลาในการทำกระบวนการการบดพัสดุแบบเชิงกลมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดโครงสร้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคและส่วนผสมที่จะนำเข้าสู่ระบบกระบวนการการพัสดุแบบเชิงกล แต่โดยส่วนใหญ่อัตราที่ทำให้เกิดโครงสร้างภายในจะเป็นตัวกำหนดเวลา จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคเพียงอย่างเดียว ดังนั้นขนาดของอนุภาคเริ่มแรก จึงไม่สำคัญเท่าไรนัก เมื่อทำการบดพัสดุแบบเชิงกลในเวลาไม่นานทำให้เกิดเป็น crystalline size ที่อยู่ในระดับนาโนเมตร ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ) ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งว่า กระบวนการการบดพัสดุแบบเชิงกลสามารถที่จะสร้าง nano-crystalline material ได้ในเวลาไม่นานดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 เวลาการบดที่เพิ่มขึ้นทำให้ออนุภาคเล็กลง (Suryanarayana, 2001)

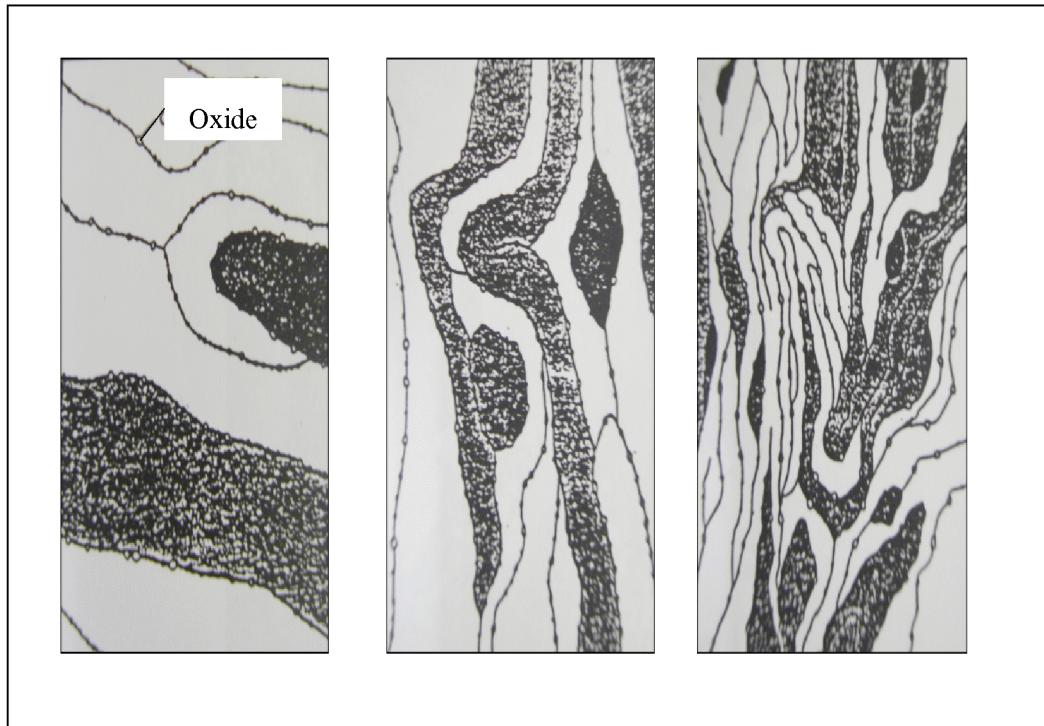
กระบวนการการบดผสมแบบเชิงกลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ องค์ประกอบความเหนียว-ความเหนียว (ductile-ductile component) องค์ประกอบความเหนียว-ความเปราะ (ductile-brittle component) และองค์ประกอบความเปราะ-ความเปราะ (brittle-brittle component)

#### 2.2.3.1 องค์ประกอบความเหนียว-ความเหนียว (ductile-ductile component)

นายเบนจามิน (Benjamin, 1976) ได้ให้คำแนะนำว่าการรวมตัวกันของวัตถุดิบในกระบวนการการบดผสมแบบเชิงกล ซึ่งจำเป็นต้องมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มีความเหนียว ในการสร้างโลหะผสมอย่างมีอัตราเมื่อย 15% เนื่องจากการเกิดโลหะผสมได้นั้นเกิดการเข้ามายึดและการแตกของอนุภาคผง ถ้าอนุภาคไม่มีความเหนียว ก็จะไม่เกิดการเข้ามายึด นายเบนจามินและนายโวลิน (Benjamin and Volin, 1974) ได้อธิบายกลไกการเกิดโลหะผสมต้องมีส่วนประกอบของวัตถุที่มีความเหนียว 2 ที่แตกต่างกัน ในระยะแรกของการบดจะเกิดการชนกัน วัตถุดิบภายในที่มีความเหนียวถูกบีบอัดจนแบบทำให้เกิดชั้นของวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบบางส่วนนี้จะเคลื่อนย้ายบนผิวถูกบด ทำให้ถูกบดที่ทำการบดนั้นไม่สึกหรอ แต่ถ้าเคลื่อนถูกบดมากไปจะทำให้ไม่เกิดเป็นเนื้อดียกัน ในขั้นตอนนี้วัตถุดิบที่ถูกบีบอัดเกิดการรวมตัวกันใหม่

แล้วถูกบีบอัดอีกทำให้เกิดปืนชั้นเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลามากขึ้นจะทำให้วัตถุดินน้ำแข็งขึ้น จากนั้น จะทำให้แตกออกจากกันและกลับมารวมตัวกันใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดโลหะผสมที่สภาวะนี้เอง

### 2.2.3.2 องค์ประกอบความเหนียว-ความเปราะ (ductile-brittle component)



รูปที่ 2.12 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุดภาคในระหว่างการบดในองค์ประกอบแบบความเหนียว-ความเปราะ (Suryanarayana, 2001)

โลหะที่ใช้สารประกอบออกไซด์ในการเสริมความแข็งแรงจัดอยู่ในหัวข้อนี้ เพราะว่าอนุภาคของสารประกอบออกไซด์ที่มีความเปราะจะกระจายตัวอยู่ในเนื้อหลักที่มีความเหนียว การศึกษาวิพัฒนาการของโครงสร้างจุดภาคของระบบชนิดนี้โดย นายเบนจาเมิน (Benjamim, 1990) ระบุว่า ในสภาวะการบดเริ่มต้น ผงอนุภาคของโลหะที่มีความเหนียวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากการชนกันของลูกบด ในขณะที่อนุภาคสารประกอบออกไซด์ที่มีความเปราะจะเกิดการแตก ซึ่งจะไปฝังติดกับอนุภาคของโลหะที่มีความเหนียวที่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นของโลหะ เมื่อทำการบดต่อไปอนุภาคของโลหะที่มีสารประกอบออกไซด์จะบดละเอียด โดยในสภาวะนี้ผงอนุภาคที่แตกออกจากกันจะมีส่วนผสมเหมือนกับผงของสารตึงตัน ด้วยการบดอย่างต่อเนื่องชั้นรอยต่อของโลหะที่มีสารประกอบออกไซด์จะบดละเอียด จนมีระยะห่างระหว่างชั้นลดลง ทำให้ออนุภาคของ

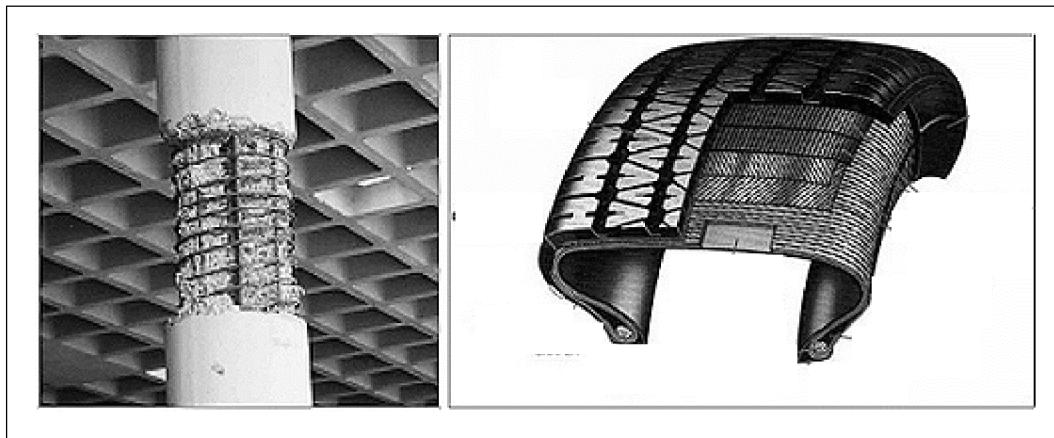
สารประกอบออกไซด์แพร่กระจายได้สม่ำเสมอ ในกรณีที่อนุภาคของออกไซด์ไม่สามารถเกิดเป็นสารละลายของแมงในเนื้อหลักที่มีความหนึบวิ่ง เราจะเรียกว่า โลหะที่มีออกไซด์เป็นตัวเสริมความแข็งแรง ดังรูปที่ 2.12 แต่ถ้าอนุภาคของออกไซด์สามารถเกิดเป็นสารละลายของแมงได้ ก็จะเกิดโลหะผสมขึ้น โดยวิธีการบดผสมแบบเชิงกลและจะทำให้องค์ประกอบทางเคมี มีความสม่ำเสมอ ดังนั้นกระบวนการบดผสมแบบเชิงกลขององค์ประกอบแบบหนึบวิ่ง-ประจำ เป็นจะต้องอาศัยการแตกของอนุภาคที่มีความประจำเพื่อทำให้เกิดการแพร่ของอนุภาค และความสามารถในการเกิดสารละลายของของแมงด้วย

### 2.2.3.3 องค์ประกอบความประจำ-ความประจำ (brittle-brittle component)

ในกรณีที่องค์ประกอบในการบดผสมแบบเชิงกลเป็นลักษณะขององค์ประกอบแบบประจำ-ประจำ การเกิดเป็นโลหะผสมจะเกิดได้ยากเนื่องจากขาดองค์ประกอบที่มีความหนึบวิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเชื่อมติดกัน แต่ย่างไรก็ตามมีผลงานวิจัยบางชิ้นกล่าวถึงการบดผสมแบบเชิงกลของสารประกอบ intermetallic ซึ่งวัสดุที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบอสันฐาน ตามทัวร์ที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้คือ องค์ประกอบที่มีความประจำจะเกิดการแตกในระหว่างการทำให้ขนาดอนุภาคลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงที่อนุภาคลดลงถึงขนาดที่เล็กมาก อนุภาคเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมคล้ายกับมีความหนึบวิบากดีขึ้น และเมื่อทำการบดต่อไปอนุภาคเหล่านี้จะไม่สามารถบดให้เล็กลงไปมากกว่านี้ได้ เรียกว่า ข้อจำกัดของการลดขนาด การบดผสมแบบเชิงกลขององค์ประกอบแบบประจำ-ประจำ จะพบว่าองค์ประกอบที่มีความแข็งมากกว่าจะเกิดการแตกและพسانกันขององค์ประกอบที่มีความแข็งน้อยกว่า ดังนั้นเมื่อทำการบดโดยใช้ระยะเวลามากขึ้นจะทำให้เกิดการแพร่โดยส่วนมากการเกิดโลหะผสมขององค์ประกอบแบบหนึบวิ่ง-ประจำและองค์ประกอบแบบประจำ-ประจำจากการใช้การบดผสมแบบเชิงกลสามารถที่จะเกิดได้ที่อุณหภูมิปกติ กลไกที่เป็นไปได้คือ การที่อุณหภูมิสูงขึ้นในระหว่างการบด การเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอนุภาคในระดับจุดภาค การเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิว ความเครียดของผงอนุภาคที่เกิดขึ้นในระหว่างการบด (Suryanarayana, 2001)

## 2.4 วัสดุเชิงประกอบ

วัสดุเชิงประกอบ หรือ คอมโพสิต เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยการรวมวัสดุมากกว่า 2 ประเภท เช่นตัวอย่าง โดยทั่วไปคอมโพสิตจะมี วัสดุที่เป็นเนื้อหลัก (matrix) และวัสดุเสริมแรง (reinforcement materials) ที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อหลักนั้น วัสดุที่เป็นเนื้อหลักจะรองรับวัสดุเสริมแรงให้อยู่ในรูปร่างที่กำหนด ขณะที่วัสดุเสริมแรงจะช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเนื้อหลักให้สูงขึ้น



รูป 2.13 แสดงวัสดุคอมโพสิต (<http://www.mtec.or.th>)

ชิ้นวัสดุเสริมแรงอาจมีลักษณะเป็นเส้น ก้อน อนุภาค หรือเกล็ดกี้ໄด์ แทรกอยู่ในวัสดุเนื้อหลัก (base materials) อย่างโลหะ เซรามิกส์หรือพอลิเมอร์ ผลของการรวมวัสดุต่างกัน 2 ประเภทเข้าด้วยกันทำให้คอมโพสิตมีความแข็งแรง โดยรวมมากกว่าเมื่อเทียบกับ ความแข็งแรงของวัสดุแต่ละประเภทโดยลำพัง ปัจจุบันวัสดุคอมโพสิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ



รูปที่ 2.14 แสดงวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (<http://www.mtec.or.th>)

#### 2.4.1 พอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer Matrix Composites, PMC's)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นได้ง่ายของคอมโพสิตกลุ่มนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสส์ต่าง ๆ พอลิเมอร์คอมโพสิตมีพอลิเมอร์ ซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกหรือยางเป็นเนื้อหลัก และใช้วัสดุเสริมแรงได้หลายชนิด เช่น เส้นไยแก้ว เส้นไยคาร์บอน เส้นลวดโลหะ เป็นต้น



รูปที่ 2.15 วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในงานก่อสร้าง (<http://www.mtec.or.th>)

#### 2.4.2 เชรามิกคอมโพสิต (Ceramic Matrix Composites, CMC's)

รักษาและคุ้นเคยกับคอมโพสิตกลุ่มนี้ดี คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูน กระดาษ เหล็กเส้น) เป็นตัวแทนที่พบเห็นได้ทั่วไปของวัสดุกลุ่มนี้ ขณะที่วัสดุเชรามิกคอมโพสิตขึ้นสูง (advanced composite) มีเนื้อหลักเป็นเชรามิก และใช้วัสดุเสริมแรงเป็นเส้นไข คอมโพสิตกลุ่มนี้มักนำมาใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น กังหันใบพัดของเครื่องยนต์ไอพั่น เป็นต้น

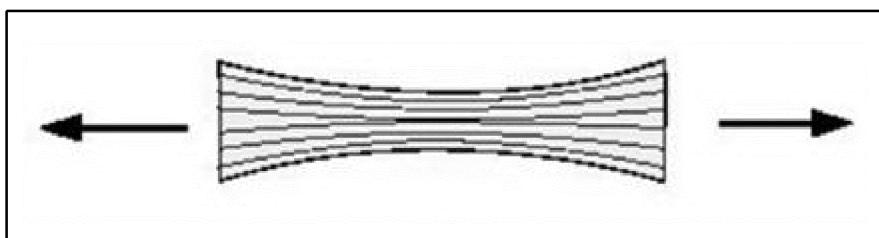
#### 2.4.3 เมทัลคอมโพสิต (Metal Matrix Composites, MMC's)

คอมโพสิตกลุ่มนี้พบมากในผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เมทัลคอมโพสิต มีโลหะเป็นเนื้อหลัก เช่น อะลูมิเนียมเป็นต้น สำหรับวัสดุเสริมแรงของคอมโพสิตกลุ่มนี้เป็นวัสดุ เชรามิกส์ เช่น กลุ่มคาร์ไบด์ กลุ่มไนโตรด์ เป็นต้น

#### 2.4.4 การรับแรงของวัสดุ

โดยทั่วไปแรงที่กระทำต่อวัสดุมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ

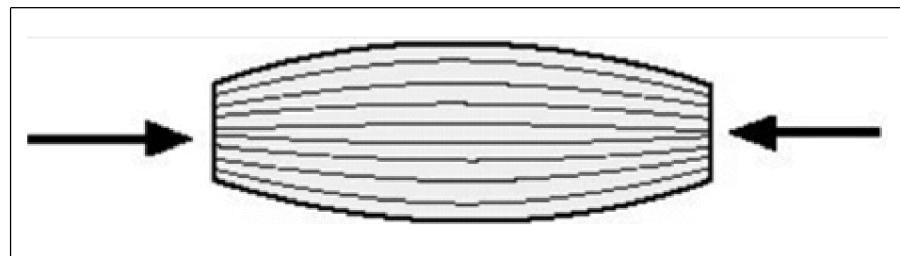
##### 2.4.4.1 แรงดึง (tension)



รูปที่ 2.16 ทิศทางของแรงดึง (tension) (<http://www.mtec.or.th>)

รูปที่ 2.16 แสดงลักษณะแรงดึงที่กระทำต่อกомโพสิต การตอบสนองต่อแรงกระทำของวัสดุขึ้นอยู่กับแรงดึง และความแข็งแรงเชิงกลของ เส้นใยเสริมแรงที่ใช้

#### 2.4.4.2 แรงกดอัด (compression)

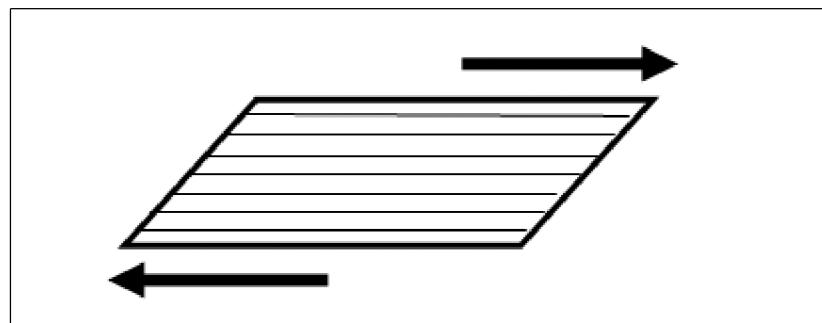


รูปที่ 2.17 ทิศทางของแรงอัด (compression) (<http://www.mtec.or.th>)

รูปที่ 2.17 แสดงลักษณะคอมโพสิตที่ได้รับแรงกดอัด ในสภาพนี้ความแข็งแรงของวัสดุจะขึ้นกับสมบัติความแข็งดึงและการยึดติด (adhesion)

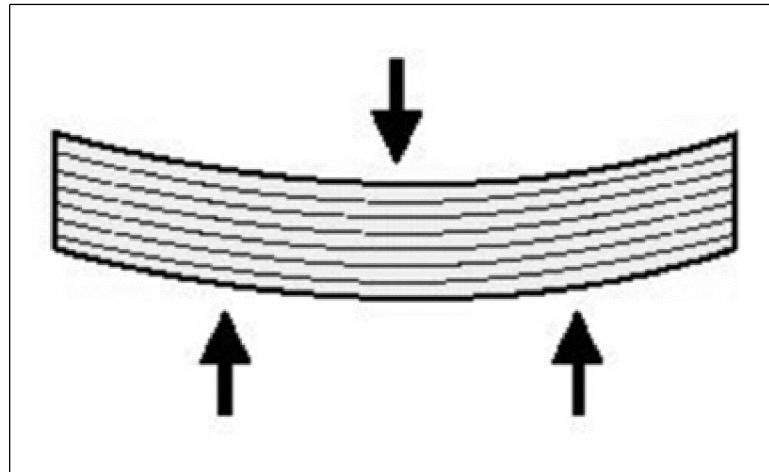
#### 2.4.4.3 แรงเฉือน (shear)

ลักษณะแรงที่กระทำต่อกомโพสิตมีทิศทางตรงข้ามกันและแนวแรงอยู่ต่างระดับกัน ดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 ทิศทางของแรงเฉือน (shear) (<http://www.mtec.or.th>)

#### 2.4.4.4 แรงดัด (flexure)

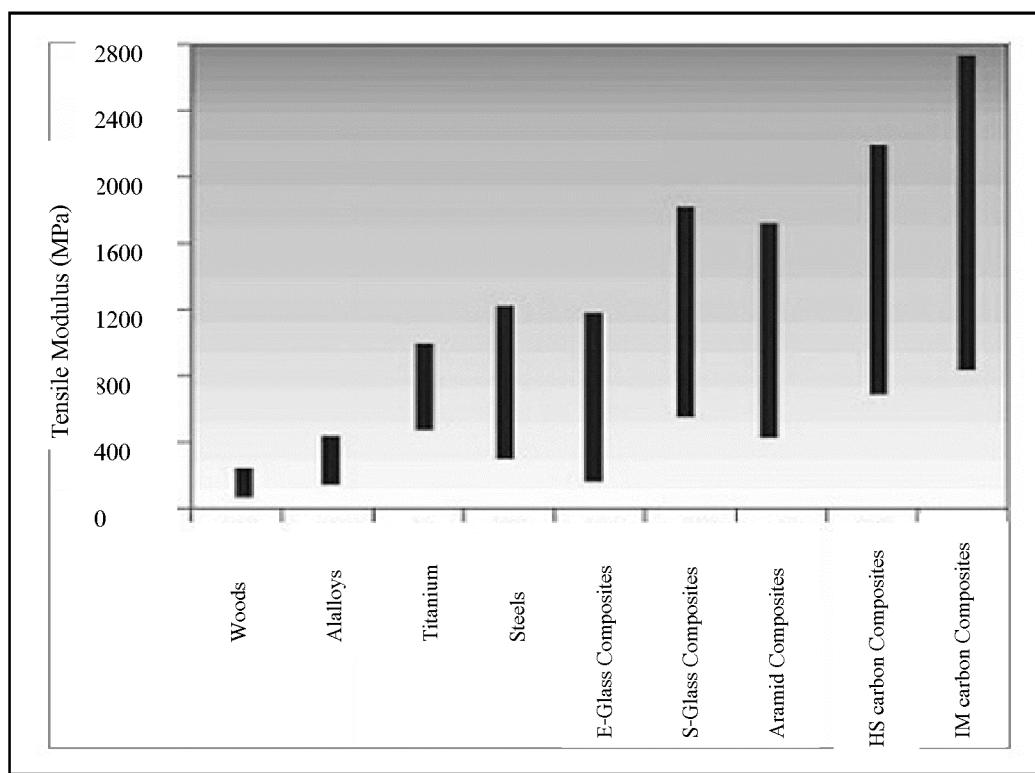


รูปที่ 2.19 ทิศทางของแรงดัด (flexure) (<http://www.mtec.or.th>)

ลักษณะของแรงที่กระทำกับวัตถุมีลักษณะพสมของแรงดึง แรงเฉือน และแรงกดอัด 3 แรงเข้าด้วยกันจากรูปที่ 2.19 เห็นได้ว่ากึ่งกลางของด้านบนของวัตถุถูกแรงกดอัดกระทำ ขณะที่ใต้วัตถุจะถูกแรงดึงและแรงเฉือนจากการยืดตัวของวัตถุ

เมื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของคอมโพสิตทั้ง 4 ข้อแล้ว ผู้ผลิตก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเลือกชนิดเส้นใยเสริมแรง รวมถึงทิศทางของแรงที่กระทำเพื่อจัดวางตำแหน่งเส้นใยเสริมแรง ให้เหมาะสม เพื่อผลิตชิ้นงานคอมโพสิตอย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการ

รูปที่ 2.20 เป็นกราฟเปรียบเทียบสมบัติของคอมโพสิตกับวัสดุอื่นบางชนิด เส้นกราฟของคอมโพสิตแต่ละชนิดที่แสดงออกมาเป็นช่วงหมายถึง ค่าสมบัติเชิงกลขั้นต่ำและค่าสมบัติเชิงกลขั้นสูง โดยค่าสมบัติเชิงกลขั้นต่ำเป็นคอมโพสิตที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทั่วไป เช่น วิธีการขึ้นรูปแบบของแมนด์เลอร์อัพ ส่วนค่าสมบัติเชิงกลขั้นสูงเป็นค่าที่ได้จากคอมโพสิตที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงอย่างชิ้นงานคอมโพสิตที่ใช้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Autoclave moulding เป็นต้น ขณะที่เส้นกราฟของวัสดุชนิดอื่น เช่น เหล็กกล้าที่แสดงออกมาเป็นช่วงเนื่องจากเหล็กกล้ามีมากหลายเกรด เช่น เดียว กับไม้ อะลูมิเนียมพสมและไททาเนียม (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2549)



รูปที่ 2.20 ค่า tensile modulus (http://www.mtec.or.th)

## 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Deng, Shi, Zhang, Jian, and Guo (1998) ได้ศึกษาผลของขนาดอนุภาคของซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) และปริมาณของ SiC ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของอะลูминินา พบว่าเมื่อกระจายตัวลงในเนื้ออะลูминินา จะทำให้ความแข็งแรงนั้นเพิ่มขึ้น โดยการใส่อนุภาค SiC ที่มีขนาด  $2.7 \mu\text{m}$  ในปริมาณ 20 vol% และ มีความต้านทานการคีบ (creep resistance) ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอะลูминินาพิเศษอย่างเดียว

Wang, Guo, L., and Guo, J. (2000) ได้ศึกษาระบบอะลูминินาที่ใช้วัสดุเสริมแรงอนุภาค ซิลิกอนคาร์ไบด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}_p$ ) โดยใช้กระบวนการเผาหนึ่งแบบอัดร้อน (hot pressing) พบว่าการใส่ SiC ไปกระจายตัวอยู่ในอะลูминินา จะทำให้อะลูминินา มีสมบัติเชิงกลดีขึ้น เนื่องจากเมื่อ SiC เข้าไปในเนื้ออะลูминินา จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุภาชนะแคมมาอะลูминินา ( $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ) ไปเป็นแอลฟ่าอะลูминินา ( $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ) ซึ่งจะได้โครงสร้างจุลภาคที่เป็นรูปแบบการแตกภายในเกรน (intragranular) จะทำให้สมบัติเชิงกลของอะลูминินาดีขึ้น

Jiao, Jenkin, and Davidge (1997) พบว่าค่าพลังงานของผิวสัมผัส (interfacial energy) เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมสมบัติเชิงกล โดยที่อัตราส่วนพลังงานระหว่างผิวสัมผัส (interface energy) ต่อพลังงานขอบเกรน (grain boundary energy) ( $\gamma_i / \gamma_{gb}$ ) ของ  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}_p$  ( $\text{SiC}$  particle) จะมีค่าเท่ากับ 1.21 และ  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiN}$  ( $\text{TiN}$  particle) มีค่า 0.8 ซึ่งทำให้ขอบเกรนมีความแข็งแรง

เนื่องจาก SiC ทำให้ผิวสัมผัสที่แข็งแรง (interface) แต่ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiN ขอบเกรนไม่แข็งแรง เนื่องจากเกิด TiO<sub>2</sub> ที่ระหว่างผิวสัมผัสของ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiN ทำผิวสัมผัสไม่แข็งแรง

Wu, Lawrence, Robert, and Derby (1998) ทำการศึกษาระบบ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SiC<sub>p</sub> พบว่า ความแข็งแรง (strength) จะเพิ่มขึ้นหลังจากการให้ความร้อน (annealing) และตกแต่งชิ้นงาน (machining) จะเห็นได้ว่าในการ annealing สามารถที่จะควบคุม strength ในระดับสุดท้ายได้ ซึ่งการ machining นั้นก็เป็นวิธีการอีกอย่างที่ทำให้เกิดความเค้นกดอัด (compressive strength) ที่ผิวทำให้ค่า strength ที่ได้นั้นมีค่าสูง

Niihara (1991) ได้นำ SiC ที่ปริมาณ 5 vol% ไปกระจายตัวในเนื้อของ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ทำให้ความแข็งแรงของ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนการแตกจากการแตกระหว่างเกรน (intergranular) เป็นการแตกภายในกรน (intragranular) ที่มีความแข็งแรงอยู่ที่ 380 MPa ทำให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1000 MPa

Ko, Kwon, and Kim (2004) พบว่าเมื่อใส่อนุภาค SiC ในปริมาณ 5 wt% และ 10 wt% ลงไปในอะลูมินามีการเปลี่ยนรูปแบบการแตกจากการแตกระหว่างเกรน (intergranular) ไปเป็นการแตกภายในกรน (intragranular) ทำให้สมบัติด้านความแข็งแรง ความเหนียวดีขึ้น และเมื่อนำไปทำเป็นเครื่องมือการตัด (cutting tools) พบว่าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องมือตัด (cutting tools) ประเภทอื่น ๆ ที่ทำจาก Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiC และ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiC<sub>w</sub>(whisker)

Anya and Robert (1997) ใช้อะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) และใช้อนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC particle) ในปริมาณ 5 10 และ 15 vol% โดยใช้การเผาณีกแบบไม่ใช้ความดัน (pressureless sintering) ได้หากค่าความเหนียว (fracture toughness) โดยใช้ vicker indentation พบว่าขนาดของตำหนิ (flaw size) ของวัสดุเชิงประกอบจะมีขนาดที่เล็กกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอะลูมินาหัวไป (monolithic Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า ผลของการเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) ทำให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้น

Kim, Enoki, and Teruo (1998) พบว่าบริเวณที่เป็นเนื้อของอะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ที่มีอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) กระจายตัวอยู่ จะพบว่าบริเวณรอบ ๆ อนุภาค SiC จะมีความเค้นกดอัด (compressive stress) เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดมีรอยแตกขึ้น อนุภาค SiC จะเป็นตัวรับไม่ให้รอยแตกนั้นแตกต่อไปและยังคงอีกกว่า เมื่อเพิ่มปริมาณ SiC จะทำให้ fracture toughness เพิ่มขึ้นด้วย

Jose and Richard (2005) พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC particle) ในปริมาณ 10 vol% จะทำให้อัตราการสึกหรอ (wear rate) ลดลง เมื่อทำการเบรย์บเทียบกับอะลูมินาที่มีขนาดเกรนที่เท่ากัน

Chen, Rainforth, and Lee (2000) ได้มีการศึกษาระบบ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SiC โดยทำการใส่อนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC particle) ที่อัตราส่วนที่แตกต่างกันไปคือ 2.5 5 10 15 vol% เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการสึกหรอ (wear behavior) พบว่าเมื่อใส่อนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ปริมาณ 15 vol% จะมีความต้านทานการสึกหรอ (wear resistance) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอะลูมินา (monolithic  $\text{Al}_2\text{O}_3$ )

Jianxin, Helen, and Martin (1995) ได้ศึกษาแล้วพบว่าพฤติกรรมของความเครื่องตอกค้าง (residual stress) ใน  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}_p$  โดยใช้ออนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC particle) ในปริมาณ 5 vol% เหมือนกัน พบว่าจะเกิดความเครื่องตอกค้างอยู่ในเนื้อ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  เมื่อนำมาให้ความร้อน (annealing) ที่ 1300°C สามารถลดความเครื่องตอกค้างในบางส่วน แต่นำมาเผริยบทีชนกับ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ที่ยังไม่ได้เติม SiC ความเครื่องตอกค้างของ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ลดลงอย่างมาก

Jeong and Niihara (1997) ได้มีการศึกษาระบบวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา/อนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}_p$  composite) โดยการใช้แมgnesiเซี่ยมออกไซด์ (MgO) เป็นสารเติมแต่ง (additive) เพื่อที่จะทำให้มีความหนาแน่น (density) สูงขึ้น ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของแมgnesiเซี่ยมออกไซด์ สามารถทำให้ความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกลบเพิ่มขึ้นมากกว่า 98%

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าไม่เพียงแต่ปริมาณของอนุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) ที่ใส่เข้าไปในเนื้ออะลูมินาเท่านั้นที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของอะลูมินา แต่ยังพบว่าขนาดอนุภาคของซิลิกอนคาร์ไบด์ ยังมีผลต่อสมบัติเชิงกลของอะลูมิโนอิกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ออนุภาคระดับนาโนเมตร จะทำให้สมบัติเชิงกลของอะลูมินานั้นดีขึ้น สำหรับอนุภาคระดับนาโนเมตรนั้น สามารถที่จะสังเคราะห์ได้ทางวิธีตัวอย่างเช่น CVD carbothermal และ mechanical alloying เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างแรกนั้นจะเป็นเรื่องราคา ซึ่งในปัจจุบันคงที่มีอนุภาคระดับนาโนจะมีราคาที่แพงมาก จึงเป็นหัวข้อหลักอันหนึ่งในการวิจัยเพื่อที่จะลดราคาต้นทุนลงมา ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีความพยายามที่จะสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรขึ้นนำมาใช่องโดยใช้วิธีการบดผสมแบบเชิงกล (mechanical alloying) ซึ่งจะทำให้ได้ราคาที่ถูกลง เนื่องจากง่ายต่อการควบคุม เพราะไม่มีขบวนการทางเคมีและอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อนำวิธีนี้มาเผริยบทีชนกับวิธีอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.1 อุปกรณ์การทดลอง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง วิเคราะห์และทดสอบสมบัติทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์	ผู้ผลิต	แบบ/รุ่น
SPEX mill	SPEX	8000D
X-Ray Diffractometer (XRD)	Bruker	D5005
Ball Mill	P.S.C.M.	Alumina ball mill
Dryer	ELE	Model SDO 225E1
Microhardness Tester	Wilson	Microscan/Isoscan Ac Plus
Particle Size Analyzer	Malvern	Mastersizer S
Vernier	Mitutoyo	Diamond
Uniaxial Press	Carver	2702
Transmission Electron Microscope (TEM)	JEOL	JSM 2010
High Speed Diamond Saw	Buehler	Isomet 1000
Grinder&Polisher Machine	Buehler	Ecomet 5
Ultrasonic	NEY	28H
Ion Sputtering Device	JEOL	JFC-1100E
Scanning Electron Microscope (SEM)	JEOL	JSM-6400
Universal Testing Machine	Instron	5569
Disc grinder	Gatan	Model 626
Ultrasonic disc cutter	Gatan	Model 601

ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ)

อุปกรณ์	ผู้ผลิต	แบบ/รุ่น
Dimple deep	Gatan	Model 656
Ion milling	Gatan	Model 681
Tungsten carbide vial	SPEX	WC vial
Hardened steel vial	SPEX	SS vial
Alumina vial	SPEX	Alumina vial
เครื่องชั่ง	Denver Instrument	TC-254
High temperature furnace ( $1800^{\circ}\text{C}$ )	Carbolite	Vecstar/VF2

### 3.2 วัสดุและสารเคมี

วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง แสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

ประเภทสาร	ชื่อการค้า	ชนิด/เกรด	ผู้ผลิต
สารตั้งต้น	Aluminium Oxide ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) Silicon (Si) Carbon (C)	CA 5 M Finest powder Reactive	Suzhou Dexin Sigma Aldrich Sigma Aldrich
สารเพิ่มการขึ้นรูป	Polyviny Alcohols (PVA)	Premium Quality	Kriangkrai LTD., Part
สารช่วยการกระจายตัว	Polyvinyl pyrrolidone (PVP)	Premium Quality	Fluka Chemical GmbH
สารช่วยกดอุณหภูมิแพนนิก	Yttrium oxide ( $\text{Y}_2\text{O}_3$ )	Premium Quality	Sigma Aldrich

### ตารางที่ 3.2 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ)

ประเภทสาร	ชื่อการค้า	ชนิด/เกรด	ผู้ผลิต
สารช่วยในการบด	Isopropyl alcohol ( $C_3H_8O$ )	Premium Quality	Caro erba
สารทำละลาย	Methyl ethyl ketone	For analysis	Caro erba
สารหล่อลื่นใน การอัดขึ้นรูป	Oleic acid [ $CH_3(CH_2)_7CH$ $:CH(CH_2)_7COOH$	-	Caro erba
บรรยายกาศความคุณ	Argon gas (Ar)	High Purity	Thai special gas (TSG)

#### 3.2.1 ผงอะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide Powder, $Al_2O_3$ )

ผงอะลูมิเนียมออกไซด์ (อะลูมินา) สูตรเคมี  $Al_2O_3$  ใช้เกรด CA 5 M เป็นอะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์อยู่ที่ 95 โดยกน้ำหนัก สิ่งเจือปนหลักได้แก่ โซเดียมออกไซด์ร้อยละ 0.3 โดยกน้ำหนัก ซิลิการ์อยละ 0.2 โดยกน้ำหนัก แคลเซียมออกไซด์ร้อยละ 0.1 โดยกน้ำหนัก และเหล็กออกไซด์ ( $Fe_2O_3$ ) ร้อยละ 0.02 โดยกน้ำหนัก (ข้อมูลจาก Suzhou Dexin Advanced Ceramics Co., Ltd.)

#### 3.2.2 ผงซิลิกอน (Silicon powder, Si)

ผงซิลิกอน สูตรเคมี Si ใช้เกรด finest powder เป็นซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 98.5 โดยกน้ำหนัก

#### 3.2.3 ผงคาร์บอน (Carbon powder, C)

ผงคาร์บอน สูตรเคมี C ใช้เกรด reactive carbon เป็นคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.95 โดยกน้ำหนัก

#### 3.2.4 ผงอิทเทเรียมออกไซด์ (Yttrium oxide powder, $Y_2O_3$ )

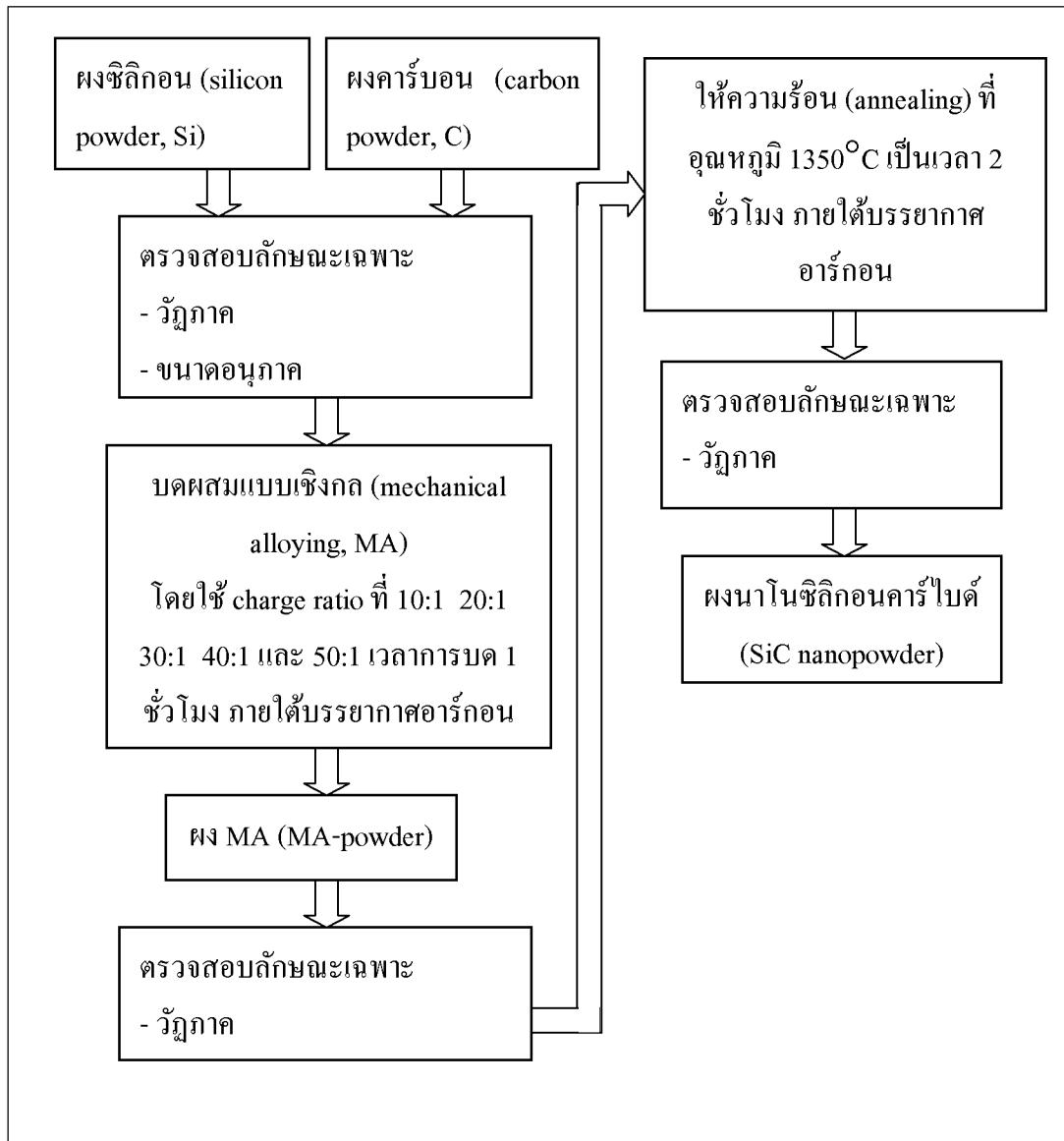
ผงอิทเทเรียมออกไซด์ สูตรเคมี  $Y_2O_3$  ใช้เกรด premium quality เป็นอิทเทเรียมออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 โดยกน้ำหนัก

### 3.3 วิธีการทดลอง

#### 3.3.1 การออกแบบการทดลอง

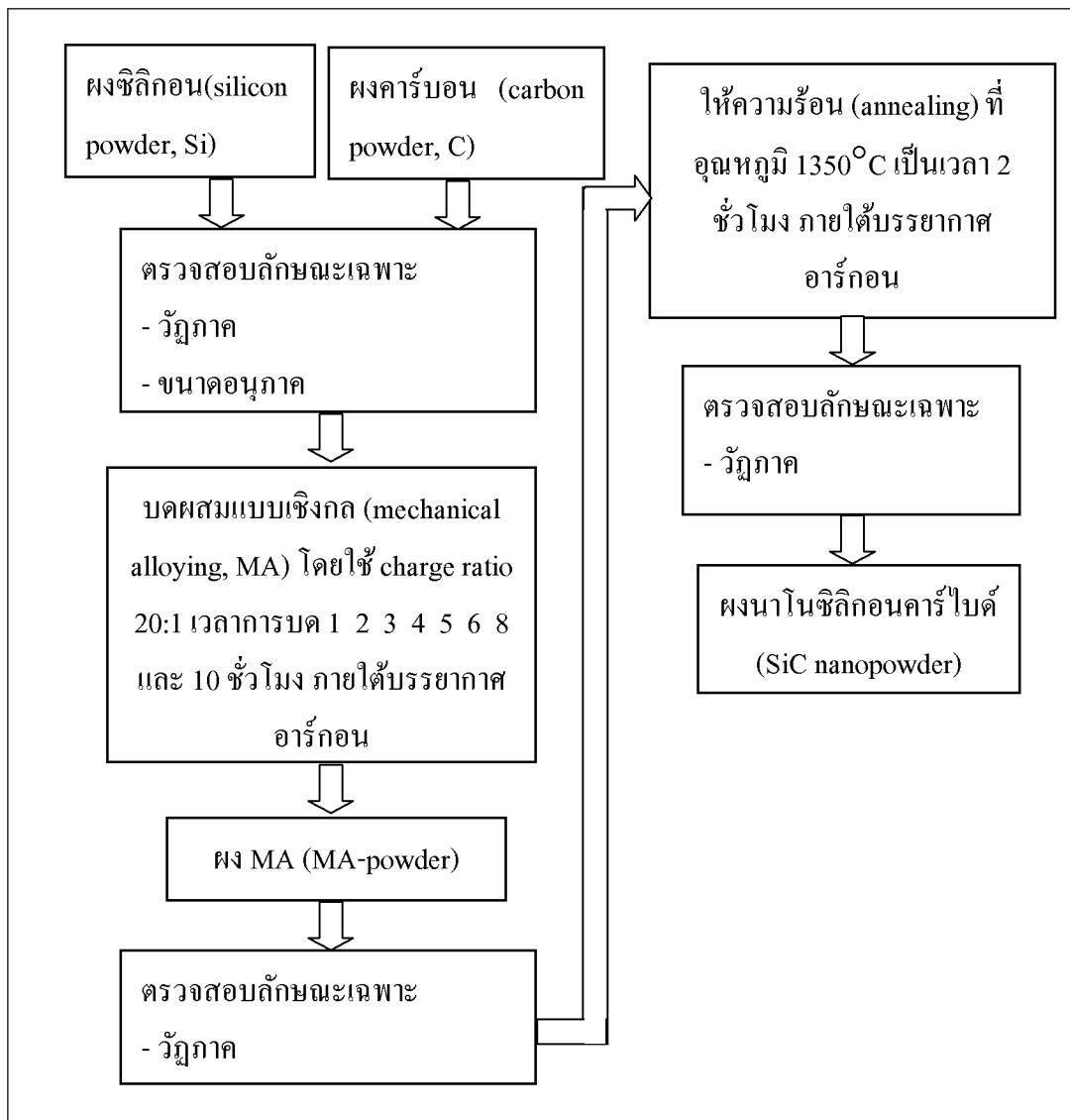
ขั้นตอนและวิธีการทดลอง แสดงในรูปที่ 3.1-3.5

หา charge ratio ที่เหมาะสมต่อการเกิดผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์รูปที่ 3.1

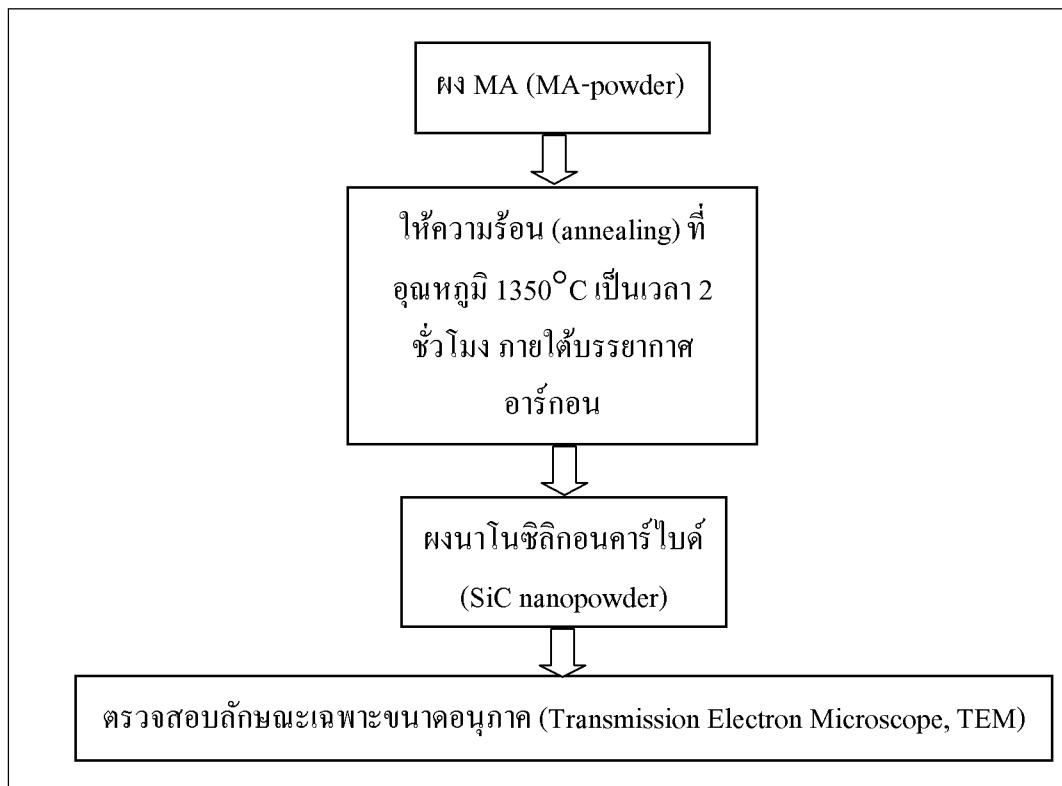


รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการสังเคราะห์ผงนาโนซิลิโคนคาร์ไบด์ที่ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 ใช้เวลาในการบด 1 ชั่วโมง

หลังจากได้ charge ratio ที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาซิลิโคนคาร์ไบด์รูปที่ 3.1 จากนั้นหาเวลาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาของซิลิโคนคาร์ไบด์ดังแสดงในรูป 3.2

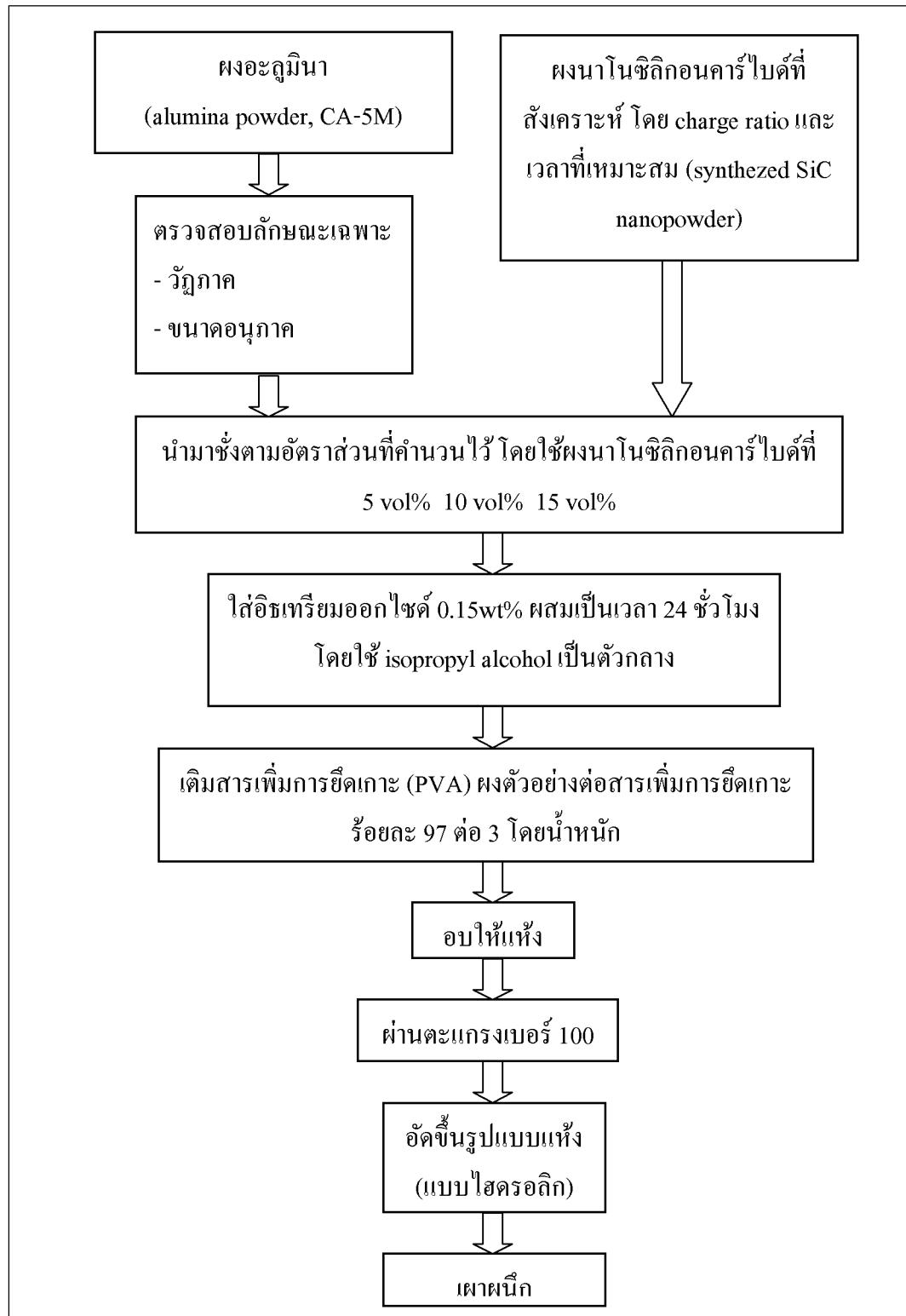


รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์ผงนาโนซิลิโคนคาร์ไบด์ที่ charge ratio 20:1 ใช้เวลาในการบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง



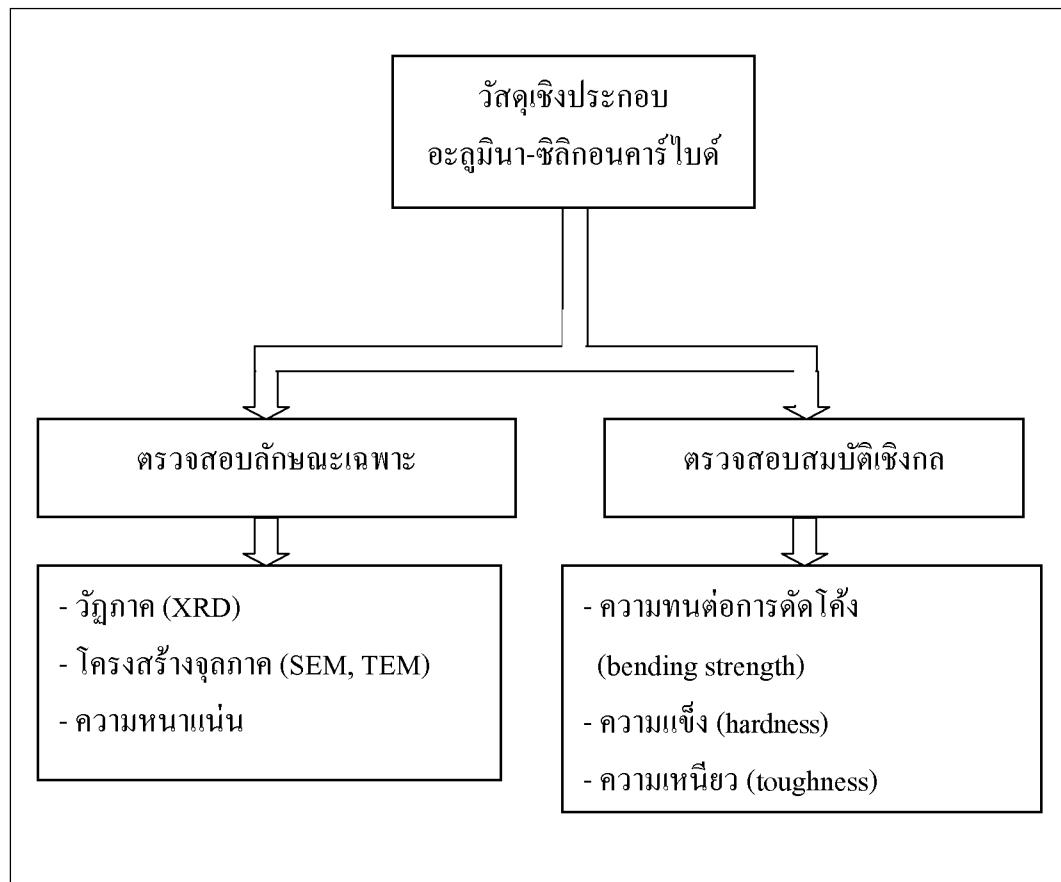
รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ charge ratio และเวลาที่เหมาะสม  
ต่อการเกิดปฏิกิริยาของซิลิกอนคาร์ไบด์

หลังจากได้ charge ratio และเวลาที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาซิลิกอนคาร์ไบด์ จากนั้นนำมาตรวจสอบขนาดอนุภาคดังรูปที่ 3.3 นำผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์มาเตรียมแรงในอะลูมินาดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเชิงประภณ์โดยใช้ปริมาณด้วยผงนาโนซิลิกอนคาร์บไบด์ใน อัตราส่วนที่ต่างกัน

เมื่อทำการเพาะนึ่กวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ นำมาทำการตรวจสอบลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบลักษณะเฉพาะและตรวจสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

จากรูปที่ 3.1-3.5 สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการทดลอง โดยละเอียดดังนี้

### 3.3.2 การเตรียมผงตัวอย่าง

เตรียมผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยจะใช้สารตั้งต้นคือ ซิลิกอน (Si) และคาร์บอน (C) ที่อยู่ในรูปของเกรไฟต์ นำมาวิเคราะห์ลักษณะของสารตั้งต้นก่อน โดยจะทำการตรวจสอบลักษณะเฉพาะ ขนาดและวัสดุ ซึ่งจะผสมลงในเครื่องผสมแบบเชิงกล (SPEX mill) ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 เครื่องบดผสมแบบเชิงกล (SPEX mill)

ในการผสมนี้จะใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของลูกบดต่อน้ำหนักของสาร (charge ratio) เท่ากับ 10:1 ซึ่งลูกบดที่ใช้คือ อะลูมินา (น้ำหนักประมาณ 15 กรัม) และใช้มือบดเป็นพังสเตนคาร์ไบด์ (WC) จะได้จากการคำนวณตามสมการที่ (3.1) คือ

$$Y = Z/X \quad (3.1)$$

เมื่อ  $Y$  คือ น้ำหนักสารที่ต้องการบดผสม

$Z$  คือ น้ำหนักของลูกบดต่อ 1 มือบด (15 กรัม)

$X$  คือ อัตราส่วน charge ratio ที่ใช้ในแต่ละครั้ง

ดังนั้นเมื่อใช้ charge ratio ที่ 10:1 จะได้

$$Y = 15/10$$

$$Y = 1.5 \text{ กรัมต่อการบด } 1 \text{ ครั้ง}$$

คำนวณเพื่อหาอัตราส่วนของ ซิลิกอนกับคาร์บอนตามสมการที่ (3.2)



$$\text{โดยที่} \quad \text{มวลโมเลกุลของซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC)} = 40.09 \text{ กรัมต่โอมอล}$$

มวลโน้มเดกุลของซิลิกอน (Si)	=	28.09	กรัมต่อโมล
มวลโน้มเดกุลของคาร์บอน (C)	=	12	กรัมต่อโมล

ดังนั้นจะให้เกิดซิลิกอนคาร์ไบด์ 1.5 กรัม ต้องใช้ซิลิกอนเท่ากับ

Silicon	=	(1.5/40.09) x 28.09
	=	1.05 กรัม

ดังนั้นจะให้เกิดซิลิกอนคาร์ไบด์ 1.5 กรัม ต้องใช้คาร์บอนเท่ากับ

Carbon	=	(1.5/40.09) x 12
	=	0.44 กรัม

### 3.3.3 การตรวจสอบ charge ratio ที่เหมาะสมของผงตัวอย่าง

ปริมาณสารที่จะใส่ลงไปเปลี่ยนแปลงไปตามน้ำหนักของลูกบด ซึ่งจะทำการชั่งน้ำหนักทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยnl ลูกบดน้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงไป ใช้เวลาในการบด (milling time) ตามกำหนด ภายใต้บรรยายการอาร์กอน เตรียมผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ charge ratio ที่ต่างกัน โดยจะใช้สารตั้งต้นคือ ซิลิกอน (Si) และคาร์บอน (C) ที่อยู่ในรูปของเกราไฟฟ์ ซึ่งจะเปลี่ยน charge ratio เป็น 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 จะใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการบดผสม ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 อัตราส่วนผสมที่ใช้ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 เวลาบด 1 ชั่วโมง

ตัวอย่าง	น้ำหนักลูกบด (กรัม)	charge ratio	สารตั้งต้น (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายการ
			Si	C		
A10-1	15.70	10:1	1.10	0.46	1	อาร์กอน
A20-1	15.27	20:1	0.53	0.22	1	อาร์กอน
A30-1	15.20	30:1	0.35	0.15	1	อาร์กอน
A40-1	16.08	40:1	0.28	0.12	1	อาร์กอน
A50-1	16.29	50:1	0.22	0.09	1	อาร์กอน

### 3.3.4 การตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมของผงตัวอย่าง

เตรียมผงนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ charge ratio ที่ต่างกัน โดยจะใช้สารตั้งต้นคือ ซิลิกอน (Si) และคาร์บอน (C) ที่อยู่ในรูปของเกราไฟฟ์ ซึ่งจะเปลี่ยน charge ratio เป็น 20:1 จะใช้เวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงในการบดผสม ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 อัตราส่วนผสมที่ใช้เวลาบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงใช้ charge ratio 20:1

ตัวอย่าง	น้ำหนักถุก บด (กรัม)	charge ratio	สารตั้งต้น (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-10	15.23	20:1	0.53	0.22	10	อาร์กอน
A20-8	14.37	20:1	0.50	0.21	8	อาร์กอน
A20-6	15.32	20:1	0.53	0.22	6	อาร์กอน
A20-5	15.10	20:1	0.52	0.22	5	อาร์กอน
A20-4	16.01	20:1	0.56	0.23	4	อาร์กอน
A20-3	15.11	20:1	0.52	0.22	3	อาร์กอน
A20-2	15.17	20:1	0.53	0.22	2	อาร์กอน
A20-1	15.62	20:1	0.54	0.23	1	อาร์กอน

### 3.3.5 อุณหภูมิในการให้ความร้อน

นำผงตัวอย่างที่ได้จากข้อ 3.3.2-3.3.4 มาทำการให้ความร้อน (annealing) ด้วยเตาไฟฟ้าแบบท่อ (tube furnace) ดังรูปที่ 3.7 โดยที่ควบคุมให้ภายในตัวเครื่องมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ จึงนำไปแก๊สอาร์กอนไหลผ่าน 500 มิลลิลิตรต่อนาที เพื่อที่จะให้ผงตัวอย่างนั้นมีผลึกที่สมบูรณ์ สะดวกที่ใช้ในการทดลองแสดงในตารางที่ 3.5 และรูปที่ 3.8

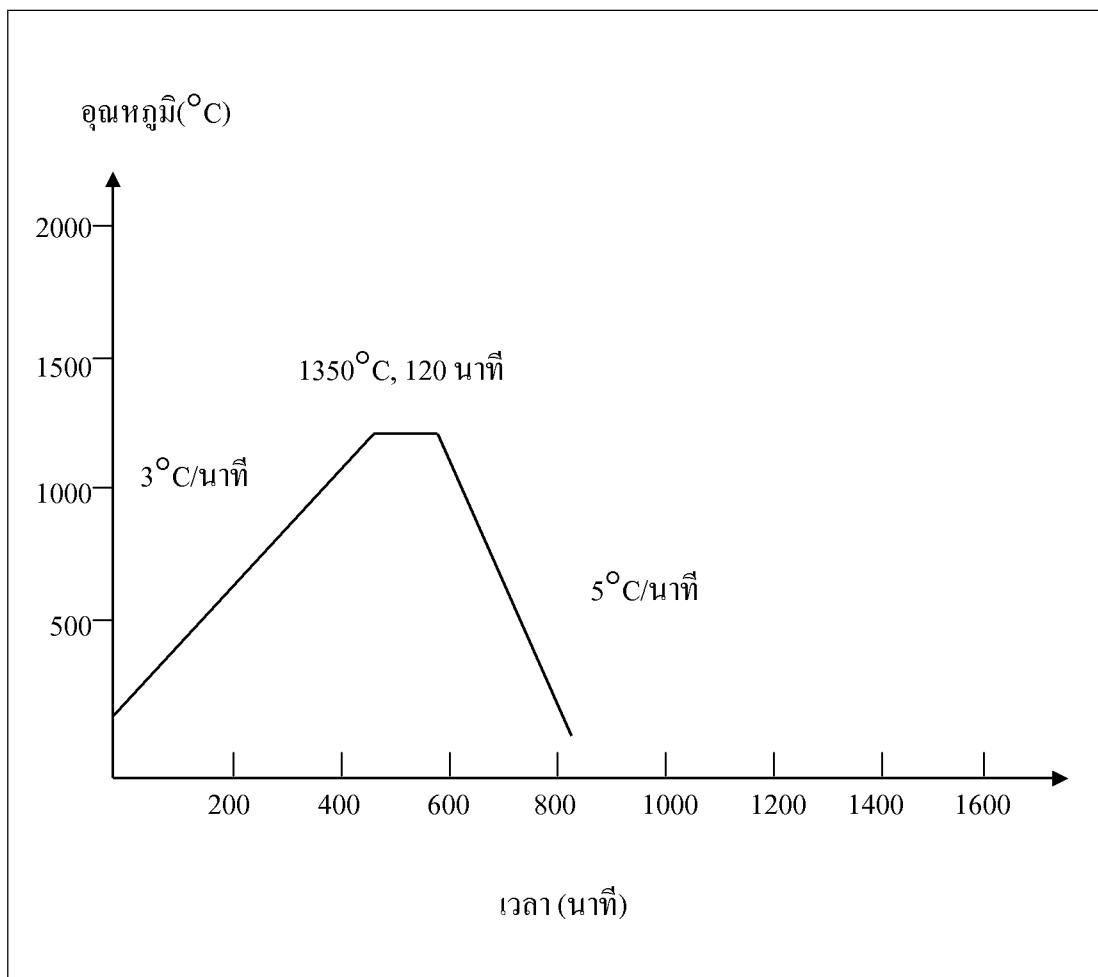


รูปที่ 3.7 แสดงเตาไฟฟ้าแบบท่อ (tube furnace)

ตารางที่ 3.5 ข้อมูลในการให้ความร้อน\*

ช่วงที่	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	อัตราการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส/นาที)	เวลาเผา เช่น (นาที)	หมายเหตุ
1	25-1350	3	-	-
2	1350	-	120	อุณหภูมิให้ความร้อน
3	1350-25	5	-	-

หมายเหตุ \* บรรยายการเผาของก้อน



รูปที่ 3.8 สภาวะที่ใช้ในการให้ความร้อน

### 3.3.6 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้นและผงตัวอย่าง

#### 3.3.6.1 การหานาดและการกระจายอนุภาคของผงซิลิกอน อะลูมินาและคาร์บอน

การหานาดและการกระจายอนุภาคของผงซิลิกอนและคาร์บอน โดยอาศัยหลักการการกระจายและการเลี้ยวเบนของแสง โดยใช้ไฮเดรียม-นีออนเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสง



รูปที่ 3.9 เครื่อง particle size analyzer ของบริษัท Malvern Instrument Ltd.

#### วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

1. ชั่งผงซิลิกอนและคาร์บอนโดยถ้วนปริมาณตัวอย่างละ 2 กรัม
2. เตรียมสารละลาย Calgon ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์
3. เติมสารละลายที่เตรียมในข้อ 2. ผสมกับผงตัวอย่างในปริมาณ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. นำไปเขย่าด้วยเครื่องสั่นสะเทือน โดยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic bath) เป็นเวลา 30 นาที และนำไปวิเคราะห์ต่อไป

#### 3.3.6.2 การหานาดผลึกของสารตัวอย่าง

การหานาดของผลึกที่มีขนาดนาโนเมตรโดยใช้ Scherrer formula และนำมาสร้างกราฟเปรียบเทียบขนาดผลึกดังสมการที่ 3.3

$$t = 0.9 \lambda / B \cos \Theta \quad (3.3)$$

- โดยที่
- λ คือ ความยาวคลื่นของ  $\text{CuK}\alpha$
  - B คือ full width half maximum หาได้จากโปรแกรมในเครื่อง XRD
  - θ คือ มุมองศา (2 theta scale)

### 3.3.6.3 การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟส (phase analysis) ของผงซิลิกอน คาร์บอน อะลูมินาและผงตัวอย่าง

การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟสของผงซิลิกอน คาร์บอน และผงตัวอย่าง โดยใช้หลักการ การเดี่ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) จากผลลัพธ์ของสารจะให้แพทเทิร์น (pattern) การเดี่ยวเบนเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดตามกฎของแบรกค์ (Bragg's Law) โดยใช้เครื่อง XRD ของบริษัท Bruker ใช้  $\text{CuK}\alpha$  เป็นแหล่งกำเนิดรังสี

วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

1. ໂປຣຍັງທີ່ທົດສອບລົບນຽມອຳນວຍ (sample holder)
2. ໃຊ້ແຜ່ນກະຈຸດຜົງอะລູມິນາທີ່ຢູ່ໃນກະບົດໃຫ້ແຜ່ນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຮືອນແນ່ນ
3. ນຳຝາຫລັງປົດເຂົ້າກັບກະບົດໃຫ້ແຜ່ນຕົວຢ່າງແລ້ວນຳໄປตรวจวิเคราะห์

ສភາວະໃນການວິເຄາະທີ່ຄືອ

generator voltage	=	40 KV
generator current	=	40 mA
start angle	=	5°
end angle	=	90°
time per step	=	0.2 s
step size	=	0.02°



รูปที่ 3.10 เครื่องการเดี่ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD)

### 3.3.6.4 การหาขนาดของผงตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)

การตรวจสอบขนาดของผงตัวอย่างที่มีขนาดเด็กมาก ซึ่งเครื่องวัดขนาด particle size analyzer ไม่สามารถทำได้ จึงหาขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)

1. เตรียมผง polyvinyl pyrrolidone 1.7 มิลลิกรัม บดผสมเป็นเวลาเวลา 1 ชั่วโมงด้วย isopropyl alcohol และ methyl ethyl ketone ในขวดพลาสติก high density polyethylene ที่มีถูกบดอะลูมินาเพื่อให้เป็นเนื้อดีกวักัน

2. เมื่อ polyvinyl pyrrolidone ละลายหมดแล้ว นำผงตัวอย่างที่เตรียมไว้ 1 กรัมใส่ลงในขวดพลาสติก high density polyethylene บดต่ออีก 1 ชั่วโมง

3. นำมาสั่นด้วยหัวสั่นอัคตราโซนิก (ultrasonic probe) เป็นเวลา 5 นาที

4. จากนั้นหยดสารละลายในข้อที่ 3 ลงบนตะแกรงทองแดงที่เคลือบด้วยคาร์บอน อบให้แห้งด้วยหลอดไฟรังสียูวี (UV lamp)

5. นำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) ด้วยกำลังขยาย 25000 เท่า 50000 เท่า และ 80000 เท่า

### 3.3.7 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบ

#### 3.3.7.1 การเตรียมผงตัวอย่างเสริมแรงในอะลูมินา

เตรียมผงตัวอย่างที่ charge ratio และเวลาที่เหมาะสม ดังในตารางที่ 3.6 แล้วนำไปให้ความร้อนตามข้อ 3.3.5

ตารางที่ 3.6 ตารางของ charge ratio และเวลาที่เหมาะสม

ตัวอย่าง	น้ำหนักถูกบด (กรัม)	charge ratio	สารตั้งต้น(กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-5	16.45	20:1	0.57	0.24	5	อาร์กอน

คำนวณอัตราส่วนผงตัวอย่างที่นำมาเสริมแรงในอะลูมินา

1. นำผงอะลูมินามาซึ่งด้วยเครื่องซั่งอิเล็กทรอนิกที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม โดยซั่งน้ำหนักเท่ากับ 40 กรัมต่อ 1 ตัวอย่าง บรรจุในแม่แบบเหล็ก (mold) ขนาด 40 x 40 มิลลิเมตร แล้วทำการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press) จะมีความหนา 10 มิลลิเมตร

2. คำนวณอัตราส่วนเป็นอัตราส่วนโดยปริมาตร ได้ตามตารางที่ 3.7  
ในการคำนวณจะใช้ความหนาแน่นของอะลูมินาและซิลิกอนคาร์ไบด์ ซึ่งความหนาแน่นมีหน่วยเป็น กรัมต่อ立方เซนติเมตร ( $\text{g/cm}^3$ ) ความหนาแน่นของอะลูมินาคือ  $3.98 \text{ g/cm}^3$  และซิลิกอนคาร์ไบด์  $3.21 \text{ g/cm}^3$  น้ำ份อะลูมินาอัด ไฮโดรคลิกให้มีความหนา 10 มิลลิเมตร ( $\text{mm}$ ) จะได้ผงอะลูมินาที่มีน้ำหนัก 40 กรัม จากนั้นจะนำมาคำนวณเป็นร้อยละ โดยปริมาตร

● ตัวอย่างการคำนวณดังนี้

หากต้องการร้อยละ 95 ของอะลูมินา 40 กรัมคือ 38 กรัม นำมาหารด้วยความหนาแน่นของอะลูมินา

$$\text{Alumina} = 38 \text{ (g)} / 3.98 \text{ (g/cm}^3\text{)}$$

$$= 9.54 \text{ cm}^3$$

● การคำนวณใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร  
ดังนั้นร้อยละ 5 ของซิลิกอนคาร์ไบด์ จากอะลูมินา 40 กรัม คือ 2  
กรัม นำมาหารด้วยความหนาแน่นของซิลิกอนคาร์ไบด์

$$\begin{aligned} \text{Silicon carbide} &= 2 \text{ (g)} / 3.21 \text{ (g/cm}^3\text{)} \\ &= 0.62 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรทั้งหมดคือ} &= 9.54 + 0.62 \\ &= 10.16 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

สัดส่วนร้อยละ โดยปริมาตรของอะลูมินา

$$(9.54 \times 100) / 10.16 = 93.89 \text{ vol\%}$$

สัดส่วนร้อยละ โดยปริมาตรของซิลิกอนคาร์ไบด์

$$(0.62 \times 100) / 10.16 = 5.84 \text{ vol\%}$$

● ดังนั้นต้องการซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร

$$\begin{aligned} \text{Silicon carbide (5 vol\%)} &= (2 \times 5) / 5.84 \\ &= 1.71 \text{ g} \end{aligned}$$

ซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร จะมีซิลิกอนคาร์ไบด์เท่ากับ 1.71 กรัม

● ดังนั้นต้องการซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 10 โดยปริมาตร

$$\begin{aligned} \text{Silicon carbide (10 vol\%)} &= (1.71 \times 10) / 5 \\ &= 3.42 \text{ g} \end{aligned}$$

ซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร จะมีซิลิกอนคาร์ไบด์เท่ากับ 3.42 กรัม

● ดังนั้นต้องการซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 15 โดยปริมาตร

$$\begin{aligned}\text{Silicon carbide (15 vol\%)} &= (1.71 \times 15)/5 \\ &= 5.13 \text{ g}\end{aligned}$$

ซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 15 โดยปริมาตร จะมีซิลิกอนคาร์ไบด์เท่ากับ 5.13 กรัม

- ดังนั้นต้องการอะลูมินาที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร

$$\begin{aligned}\text{Alumina (SiC 5 vol\%)} &= 40.00-1.71 \\ &= 38.29 \text{ g}\end{aligned}$$

อะลูมินาที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร จะใช้อะลูมินาเท่ากับ 5.13 กรัม

- ดังนั้นต้องการอะลูมินาที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 10 โดยปริมาตร

$$\begin{aligned}\text{Alumina (SiC 10 vol\%)} &= 40.00-3.42 \\ &= 36.58 \text{ g}\end{aligned}$$

อะลูมินาที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 10 โดยปริมาตร จะใช้อะลูมินาเท่ากับ 5.13 กรัม

- ดังนั้นต้องการอะลูมินาที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ร้อยละ 15 โดยปริมาตร

$$\begin{aligned}\text{Alumina (SiC 15 vol\%)} &= 40.00-5.13 \\ &= 34.87 \text{ g}\end{aligned}$$

### ตารางที่ 3.7 ข้อมูลอัตราส่วนผสม

อัตราส่วนโดยปริมาตร(Volume%)	ซิลิกอนคาร์ไบด์ (กรัม)	อะลูมินา (กรัม)
อะลูมินา (alumina)	0.00	40.00
ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) 5 vol%	1.71	38.29
ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) 10 vol%	3.42	36.58
ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) 15 vol%	5.13	34.87

#### 3.3.7.2 การผสมผงตัวอย่างกับอะลูมินา (mixing)

1. เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วนตามตารางที่ 3.8 และชั่งพอลิไวนิล แอลกอฮอล์ (PVA) ร้อยละ 3 โดยน้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมดแล้วนำไปคลายในน้ำร้อน
2. บดผสมวัตถุดิบตามข้อ 1 โดยบดผสมอะลูมินาและซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) ใช้การบดผสมแบบเปียกโดย isopropyl alcohol เป็นตัวกลางในการบดผสมในขวดพลาสติก high density polyethylene ที่มีลูกบดอะลูมินา เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเวลา 23 ชั่วโมง จากนั้นจึงเติม PVA ที่คลายน้ำในอัตราส่วนร้อยละ 3 โดยน้ำหนักแล้ว ทำการบดต่ออีก 1 ชั่วโมง

3. นำสารละลาย (slurry) ที่ได้จากการบดผสมมาอบแห้งด้วยอุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  จนกระทั้งน้ำราระเหยอกเกือบหมด เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่าจนกระทั้งตัวอย่างแห้งสนิท

4. ใช้โกร่งบดตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้งแล้ว เพื่อไม่ให้น้ำภาคเกิดการจับตัวกัน จากนั้นนำผงที่ได้ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 เมช (mesh)

### 3.3.8 การขึ้นรูปโดยการอัดแห้ง (hydraulic press)

นำผงที่เตรียมได้จากการผสมผงตัวอย่างกับอะลูминิ婁 ซึ่งด้วยเครื่องซั่งอิเล็กทรอนิกที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม โดยซั่งน้ำหนักเท่ากับ 40 กรัมต่อ 1 ตัวอย่าง บรรจุในแม่แบบเหล็ก (mold) ขนาด  $40 \times 40$  มิลลิเมตร และทำการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press)



รูปที่ 3.11 เครื่องซั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง



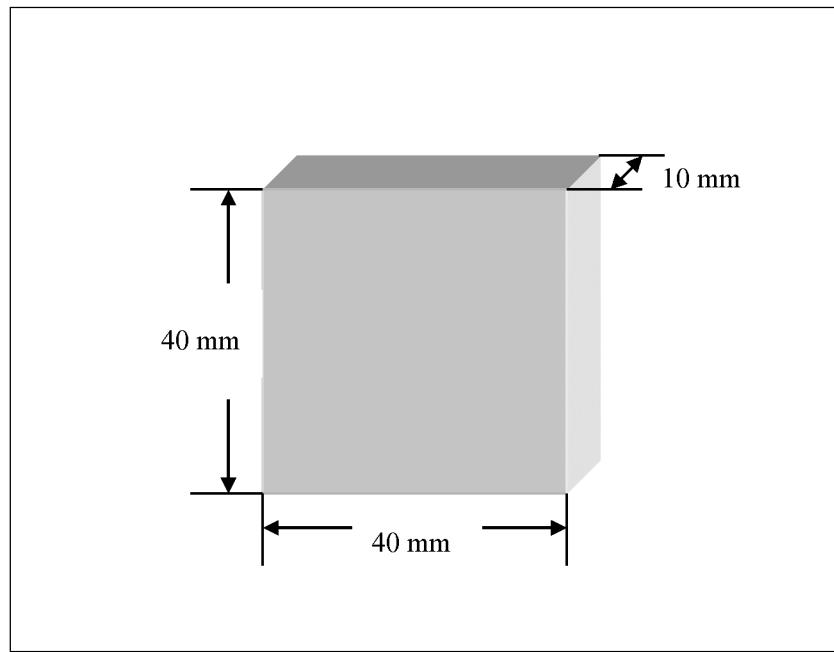
รูปที่ 3.12 เครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press) ของบริษัท Carver

สภาวะที่ใช้ในการทดสอบ

ความดัน = 15 MPa

เวลาอัด = 30 วินาที

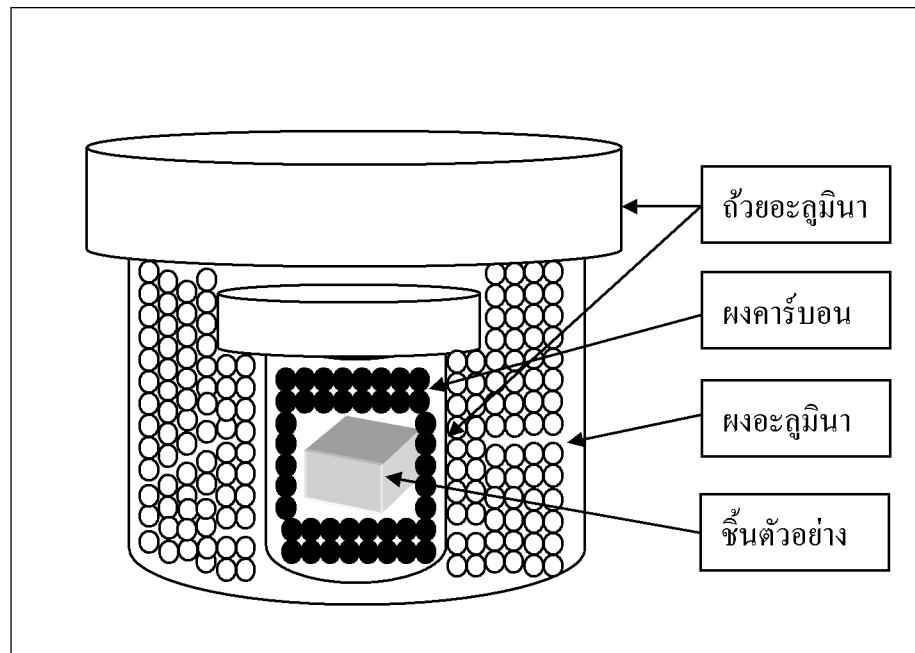
ชิ้นงานที่ได้จากขั้นตอนการขึ้นรูปนี้ จะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดประมาณ  $40 \times 40 \times 10$  (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 ชิ้นงานที่มีขนาด  $40 \times 40 \times 10$  (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร

### 3.3.9 การเผาผนึก (sintering)

นำแผ่นอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์บอนด์ที่ผ่านการอัดขึ้นรูปจากข้อ 3.3.8 มาเผาผนึกด้วยเตาอุณหภูมิสูง (high temperature furnace ( $1800^{\circ}\text{C}$ ) ของบริษัท Labquip) เพื่อทำให้ชิ้นงานสุกตัวและเพิ่มความหนาแน่นให้กับชิ้นงาน ซึ่งใช้การฝังกลบจะใช้ถ้วยที่ใส่ชิ้นตัวอย่างทำจากอะลูมินา (alumina crucible) ซ่อน 2 ใบ ดังรูปที่ 3.14



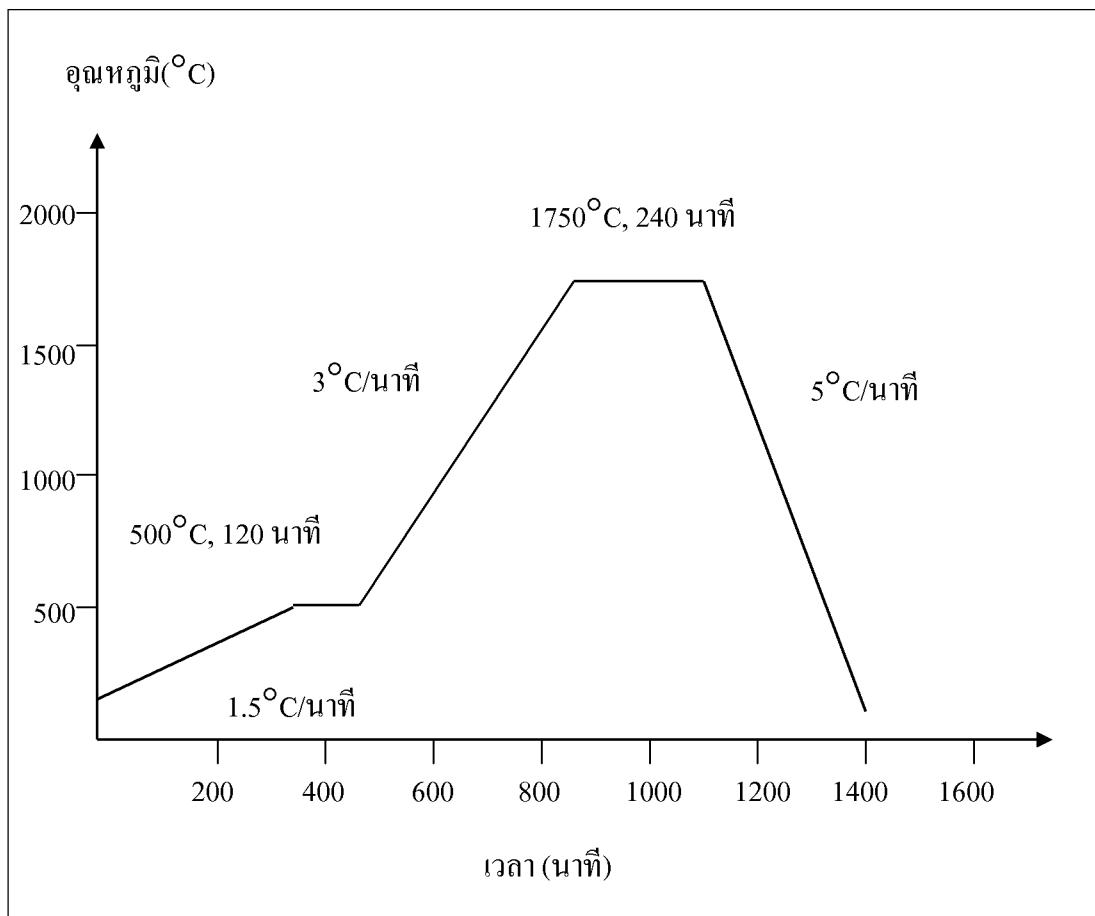
รูปที่ 3.14 การฟังกลับด้วยการซ่อนถ่ายที่ทำจากอะลูมินา

สภาวะที่ใช้ในการทดลองแสดงในตารางที่ 3.8-3.10 และรูปที่ 3.15-3.17

ตารางที่ 3.8 ข้อมูลในการเพาณ์กชีนงานอะลูมินา-ชิลกอนคาร์ไบด์\*

ช่วงที่	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	อัตราการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส/นาที)	เวลาเพาณ์ (นาที)	หมายเหตุ
1	25-500	1.5	-	-
2	500	-	120	เพาณ์ได้สารเพิ่ม การยึดเกาะ
3	400-1750	3	-	-
4	1750	-	240	อุณหภูมิสูงตัว
5	1750-25	5	-	-

หมายเหตุ \* บรรยายกาศปกติ

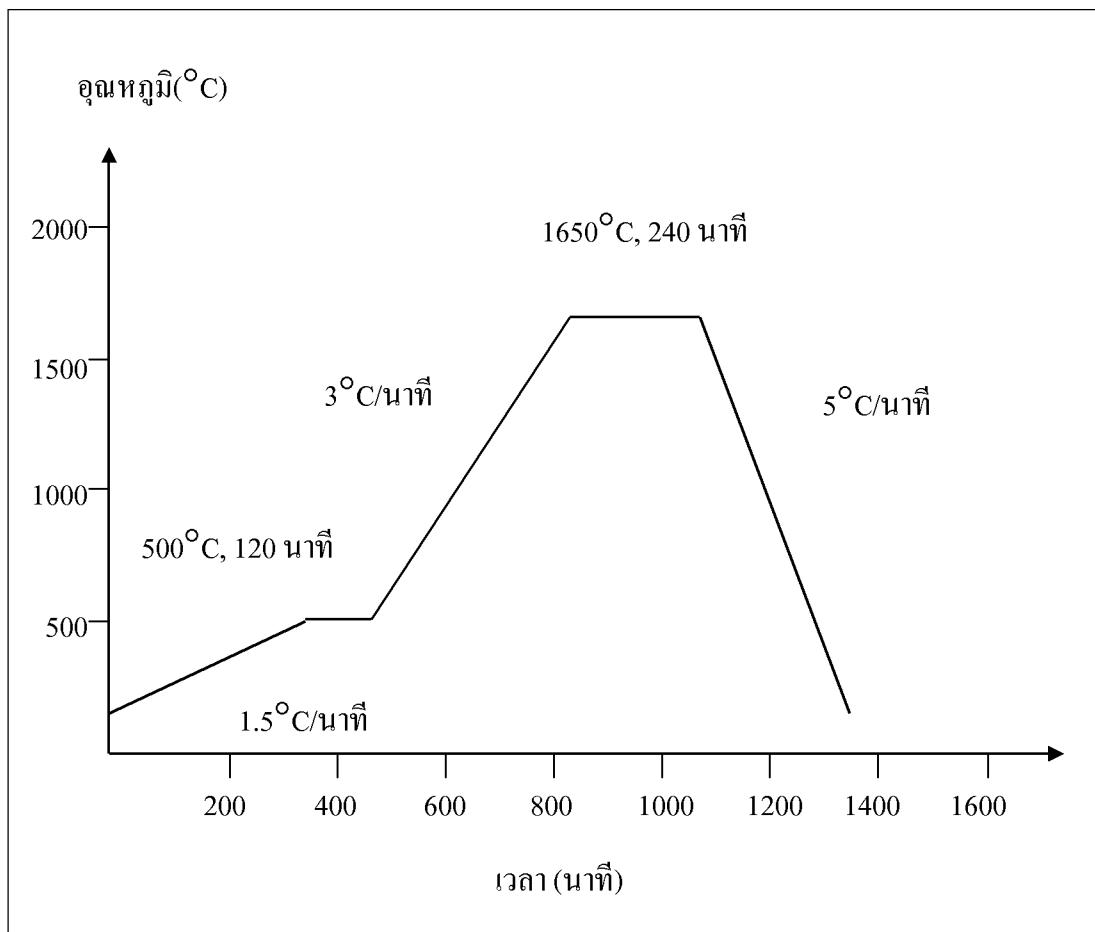


รูปที่ 3.15 กราฟแสดงข้อมูลในการเผาผนึกรีซิ่นงานอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์บไบด์

ตารางที่ 3.9 ข้อมูลในการเผาผนึกรีซิ่นงานอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์บไบด์\*

ช่วงที่	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	อัตราการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส/นาที)	เวลาเผาแ策 (นาที)	หมายเหตุ
1	25-500	1.5	-	-
2	500	-	120	เพาไร่สารเพิ่ม การยึดเกาะ
3	400-1650	3	-	-
4	1650	-	240	อุณหภูมิสูกตัว
5	1650-25	5	-	-

หมายเหตุ \* บรรยายกาศปกติ

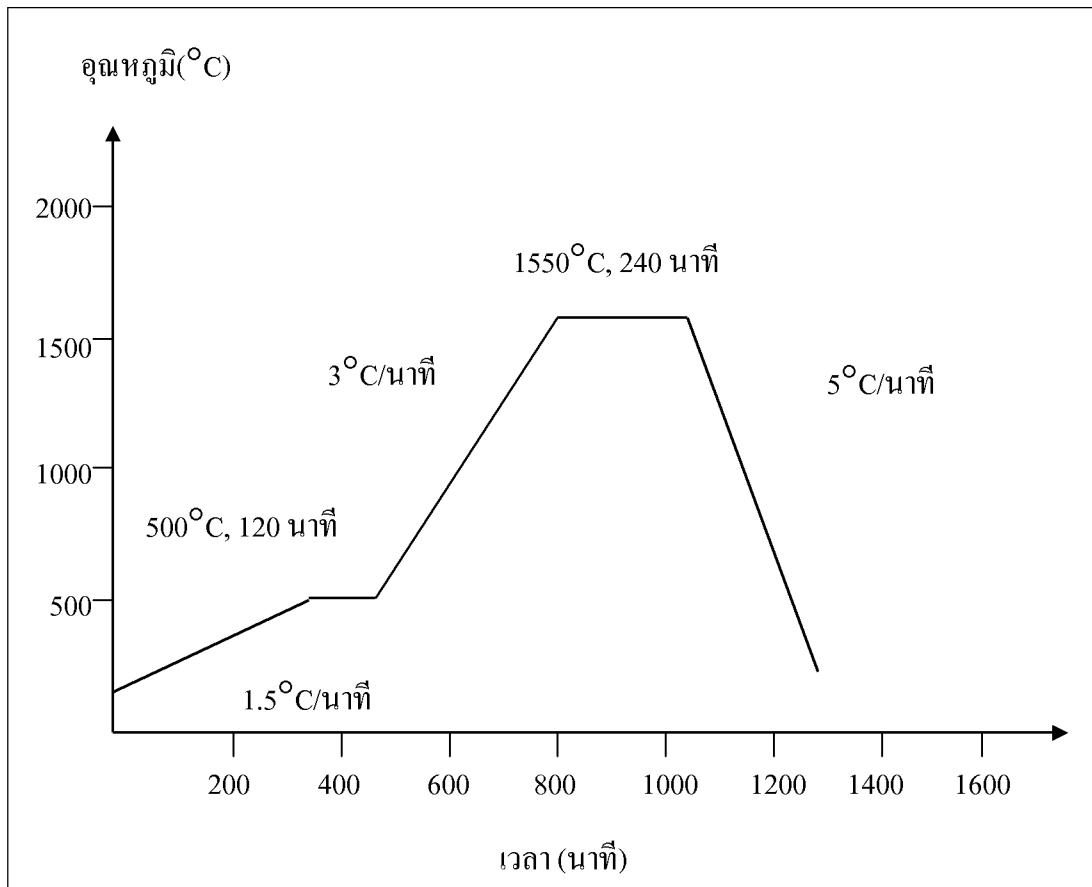


รูปที่ 3.16 กราฟแสดงข้อมูลในการเผาผนังชิ้นงานอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์บไบด์

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลในการเผาผนังชิ้นงานอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์บไบด์\*

ช่วงที่	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	อัตราการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส/นาที)	เวลาเผา เช่น (นาที)	หมายเหตุ
1	25-500	1.5	-	-
2	500	-	120	เพาไล์สารเพิ่ม การยึดเกาะ
3	400-1550	3	-	-
4	1550	-	240	อุณหภูมิสูกตัว
5	1550-25	5	-	-

หมายเหตุ \* บรรยายกาศปกติ



รูปที่ 3.17 กราฟแสดงข้อมูลในการเผาผนึกซึ้งงานอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์ไบด์

**3.3.10 การทดสอบความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนของตัวอย่าง**  
การทดสอบความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนของตัวอย่าง จะดำเนินการ  
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C373-88 (1994)

#### วิธีการทดสอบความหนาแน่นและปริมาณรูพรุน

- นำซึ้งงานที่ผ่านการเผาผนึกไปทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ  $150^{\circ}\text{C}$  จากนั้นนำไปพักไว้ให้เย็นในหม้อดูดความชื้น (desiccator) และวัดน้ำ份ที่ซึ้งน้ำหนักแห้ง ( $W_D$ )
- นำซึ้งงานในข้อที่ 1 ไปต้มในน้ำกลันเป็นเวลา 5 ชั่วโมง (โดยการต้มนั้นต้องให้น้ำท่วมซึ้งงานตลอดเวลา) จากนั้นทิ้งตัวอย่างไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- นำตัวอย่างในข้อที่ 2 ไปทำการซั่งน้ำหนักเบวนโดยในน้ำ ( $W_{ss}$ )
- นำตัวอย่างที่ผ่านการซั่งน้ำหนักเบวนโดยในน้ำแล้ว มาซั่งน้ำหนักอิ่มตัวในน้ำ ( $W_s$ ) โดยใช้ผ้าชูบน้ำบิดให้หมดแล้วเช็ดน้ำส่วนเกินที่ผิวออก และวัดน้ำหนักอิ่มตัวในน้ำ ( $W_s$ ) โดยใช้ผ้าชูบน้ำบิดให้หมดแล้วเช็ดน้ำส่วนเกินที่ผิวออก และวัดน้ำหนักจากนั้นนำผลที่ได้ไปคำนวณค่าความหนาแน่นและปริมาณรูพรุน

## 5. การคำนวณหาความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนของตัวอย่าง

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรของตัวอย่าง (V)} &= W_s - W_{ss}/\rho \\ \text{ความหนาแน่นของตัวอย่าง (bulk density)} &= W_d/V \\ \text{ปริมาณรูพรุน (apparent porosity)} &= [(W_s - W_d)/V] \times 100 \end{aligned}$$

### 3.3.11 การทดสอบความหนาแน่นและการดัดโค้ง

เป็นการทดสอบความหนาแน่นและการดัดโค้ง โดยใช้เครื่องมือทดสอบแรงดึงและแรงกดของวัสดุ ใช้แรงกระทำกับชิ้นงาน 3 จุด (three-point flexure) แบบ universal testing machine ของบริษัท Instron1)

#### 3.3.11.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ

- ตัดตัวอย่างทดสอบให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 5x 40x5 (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร ( $\pm 0.05$  มิลลิเมตร) ด้วยเครื่องตัดใบดัดเพชรความเร็วต่ำ (low speed diamond saw)
- ลบมุมเหลี่ยมของตัวอย่างด้วยกระดาษรายละเอียดแล้วนำไปทดสอบ

#### ทดสอบ

##### สภาวะที่ใช้ในการเตรียม

$$\begin{aligned} \text{ใบตัดเพชรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง} &= 5 \quad \text{นิ้ว} \\ \text{ความเร็วรอบ} &= 100 \quad \text{รอบ/นาที} \\ \text{น้ำหนักกดตัด} &= 150 \quad \text{กรัม} \\ \text{ใช้น้ำหล่อเย็นขณะตัด} & \end{aligned}$$

#### 3.3.11.2 การทดสอบความหนาแน่นและการดัดโค้ง

เป็นการทดสอบความหนาแน่นและการดัดโค้ง โดยใช้เครื่องมือทดสอบแรงดึงและแรงกดของวัสดุ ใช้แรงกระทำกับชิ้นงาน 3 จุด (Three-point flexure)

วิธีการทดสอบนำตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างมาทดสอบสภาวะที่ใช้ในการทดสอบ

$$\begin{aligned} \text{ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดรองรับ} &= 2 \quad \text{มิลลิเมตร} \\ \text{ความกว้างของจุดรองรับ} &= 20 \quad \text{มิลลิเมตร} \\ \text{ความเร็วในการกดตัดโค้ง} &= 0.5 \quad \text{มิลลิเมตร/นาที} \\ \text{จำนวนตัวอย่าง} &= 12 \quad \text{ตัวอย่าง} \\ 1 \text{ ตัวอย่างมี (เพื่อหาค่าเฉลี่ย)} &= 3 \quad \text{ชิ้น} \\ \text{ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง} & \end{aligned}$$



รูปที่ 3.18 เครื่อง universal testing machine

การคำนวณความทนต่อการดัดโค้งคำนวณได้จากสมการ (3.4)

$$\text{MOR} = \frac{3PL}{2bd^2} \text{ MPa} \quad (3.4)$$

- โดย MOR = ความทนต่อการดัดโค้งของชิ้นงาน (MPa)  
 P = ขนาดของแรงกดที่ทำให้ชิ้นงานแตกหัก (N)  
 L = ความกว้างของจุดรองรับตัวอย่าง (cm)  
 b = ความกว้างของตัวอย่าง (cm)  
 d = ความสูงของตัวอย่าง (cm)

### 3.3.12 ทดสอบความแข็งจุลภาค

การทดสอบความแข็งจุลภาคตามมาตรฐาน ASTM C1327-96a

เครื่องมือ : microhardness tester ของบริษัท Wilson

วิธีทดสอบ

1. เตรียมตัวอย่าง โดยการขัดผิวน้ำให้เรียบด้วยงานขัดเพชรที่มีความละเอียด 15 ไมครอน ด้วยงานขัดแบบก้นหอยติดตั้งกับเครื่องขัดแบบงานหมุน

2. นำตัวอย่างที่ได้จากข้อ 1 ขัดผิวละเอียดด้วยผงขัดเพชรขนาด 3 ไมครอน และ 1 ไมครอน ตามลำดับด้วยงานขัดแบบผ้า

3. ทำความสะอาดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ เพื่อขัดคราบไขมัน

4. ถางอนุภาคที่จับเกาะผิวน้ำตัวอย่างออก ด้วยเครื่องสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูงแล้วนำไปทดสอบ

5. สวิการที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักกด	=	5	กิโลกรัม (49.033 นิวตัน)
-----------	---	---	--------------------------

เวลากด เช่น	=	15	วินาที
-------------	---	----	--------

กำลังขยายในการวัดร้อยกด	=	100	เท่า
-------------------------	---	-----	------

จำนวนบุคคล	=	3	บุคคล
------------	---	---	-------

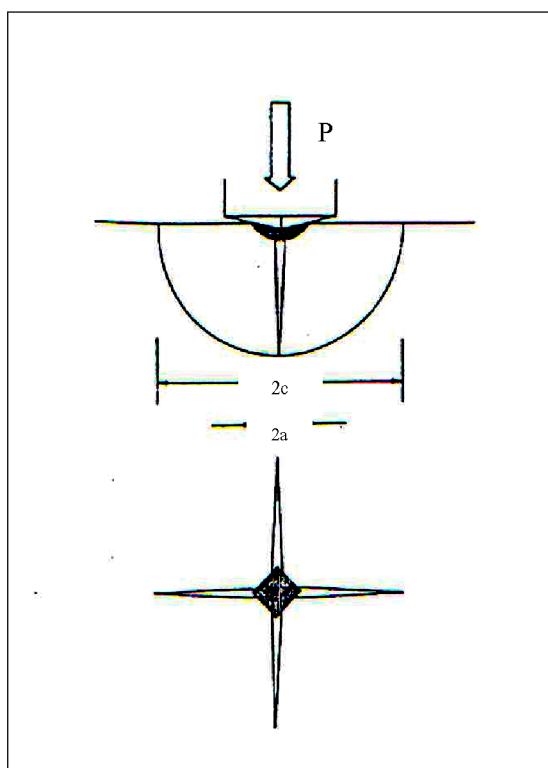
หัวกดเป็นเพชรรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิดมีมุมปลายแหลม 136 องศา การคำนวณหาค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส (HV) คำนวณตามสมการ (3.5)

$$HV = 0.1891F/d^2 \quad (3.5)$$

โดย HV = ความแข็งวิกเกอร์ หน่วยเป็น นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร

d = เส้นทางยาวของร้อยกด หน่วยเป็นมิลลิเมตร  $= (d_1 + d_2)/2$

F = แรงที่ใช้กด หน่วยเป็น นิวตัน



รูปที่ 3.19 ลักษณะร่องรอยและความยาวรอยแตกของชิ้นงาน (Anstis, Chantikul, Lawn, and Marshall, 1981)

### 3.3.13 การหาค่าความเหนียว

การหาค่าความเหนียวโดยใช้เทคนิคอินเดนเทชันของ Anstis (Anstis, Chantikul, Lawn, and Marshall, 1981) คำนวณได้จากสมการ (3.6)

$$K_{IC} = \xi (E/H)^{1/2} P / C^{3/2} \quad (3.6)$$

- โดย  $K_{IC}$  = ค่าความต้านทานการยืดยาวออกของรอย (ความเหนียว)
- $E$  = ค่าโมดูลัสของขัง (Young' modulus)
- $H$  = ค่าความแข็ง
- $P$  = ขนาดแรงกดอินเดนเทชัน
- $C$  = ความยาวรอยแตก/2
- $\xi$  = ค่าคงที่ ที่ได้จากการทดลอง อินเดนเทชัน โดยการใช้หัวกดแบบวิกเกอร์ของ Anstis (Anstis, Chantikul, Lawn, and Marshall, 1981) ซึ่งมีค่าประมาณ  $0.016 \pm 0.004$

สภาพที่ใช้ในการทดสอบหาค่าความหนืด ใช้สภาพเดียวกันกับการทดสอบความแข็งจุลภาค

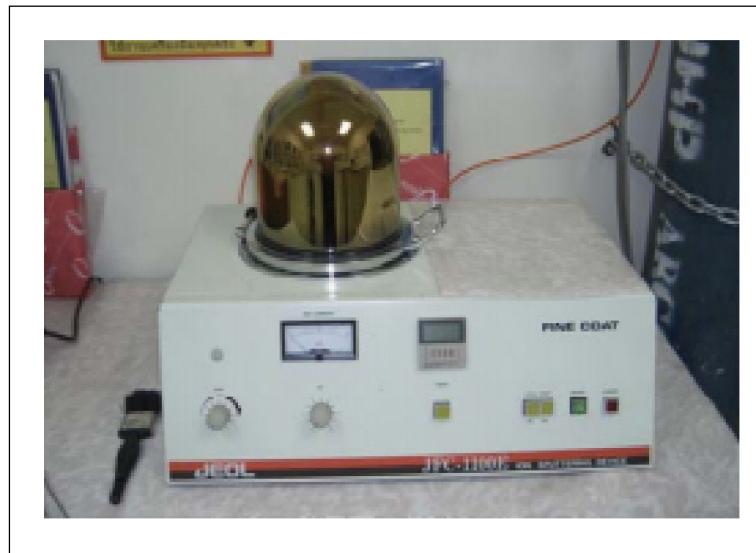
### 3.3.14 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (microstructure analysis) ตัวอย่างด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

การศึกษาถักยณะ โครงสร้างจุลภาคของรอยแตกของตัวอย่าง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

#### 3.3.14.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาค

1. เตรียมตัวอย่างโดยการทบให้หักเพื่อที่จะส่องบริเวณที่เป็นรอยแตก
2. ทำความสะอาดตัวอย่างด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ จากนั้นใช้เครื่องเป่าแห้ง (dryer) เป่าให้แห้ง
3. ขัดสีงปนเปื้อนที่อยู่บนผิวน้ำชีวนganออกโดยใช้เครื่องสั่นความถี่สูง
4. นำตัวอย่างที่ได้จากข้อ 3 นำไปปานทองด้วยเครื่องเคลือบพิตัวอย่างด้วยไอออน (ion sputtering device ของบริษัท JEOL) เพื่อให้ชิ้นงานนำไปฟื้น
5. นำตัวอย่างที่ผ่านการปานทองไปวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและถ่ายรูปด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด



รูปที่ 3.20 เครื่อง ion sputtering device

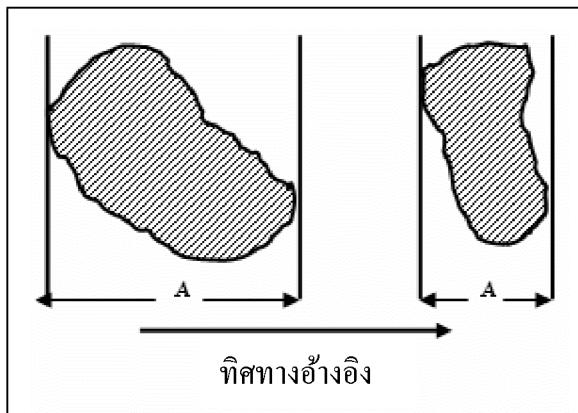


รูปที่ 3.21 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

**3.3.14.2 การวัดขนาดเกรนของตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)**  
 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบจะทำในลักษณะเดียวกันกับการเตรียมตัวอย่างในหัวข้อ 3.3.14.1

### วิธีการทดสอบ

การทดสอบจะวัดขนาดเกรนของตัวอย่างตามวิธีของเฟอร์เร็ต (Ferret's method) โดยการลากเส้นบนและเส้นสัมผัสที่ขอบทึ้งสองข้างของเกรนที่ต้องการวัดจากนั้นกำหนดทิศทางอ้างอิง แล้วจึงทำการวัดขนาดของเกรนตามทิศทางนั้นต่อต่อดังแสดงในรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.22 แสดงการวัดขนาดเกรนของตัวอย่างตามวิธีของเฟอร์เร็ต

#### 3.3.14.3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)

การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคทั่วไปของตัวอย่าง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) ชิ้นตัวอย่างที่ได้ทำการเผาเผนิกแล้ว

1. นำตัวอย่างที่ได้จากการเผาเผนิก (sintering) แล้วนำมาตัดด้วยเครื่องตัดความเร็วต่ำ (low speed saw) ด้วยความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เป็นแผ่นให้มีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตรและมีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ( $1000 \mu\text{m}$ )



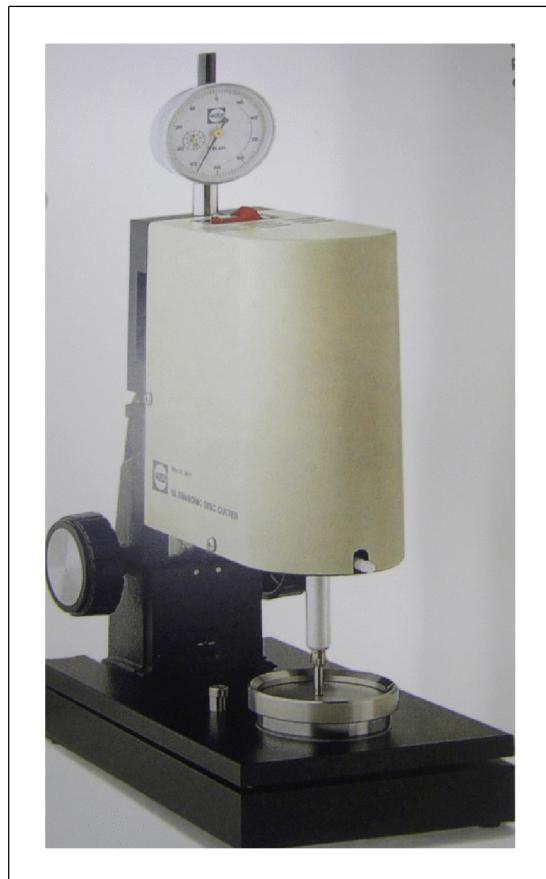
รูปที่ 3.23 เครื่องตัดความเร็วต่ำ (low speed saw)

2. นำแผ่นตัวอย่างที่ได้จากการตัดในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นนำชิ้นงานมาดัดความตื้นของตัวอย่างที่ตัดแล้ว ด้วยเครื่องตัดความเร็วต่ำ ให้เหลือความหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร โดยใช้ไมโครมิเตอร์ (micro meter) วัด



รูปที่ 3.24 เครื่องขัดกระดาษทราย

3. แผ่นตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 นำมาละลายกาวที่ยึดชิ้นงานที่อยู่บนแท่งจับออก จากนั้นนำแผ่นตัวอย่างมาติดกาวยึดติดกับกระจะ นำมาตัดด้วยเครื่องตัดความถี่สูง (ultrasonic disc cutter) จะใช้วัตถุกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.25 เครื่องเครื่องตัดความถี่สูง (ultrasonic disc cutter) ของบริษัท GATAN

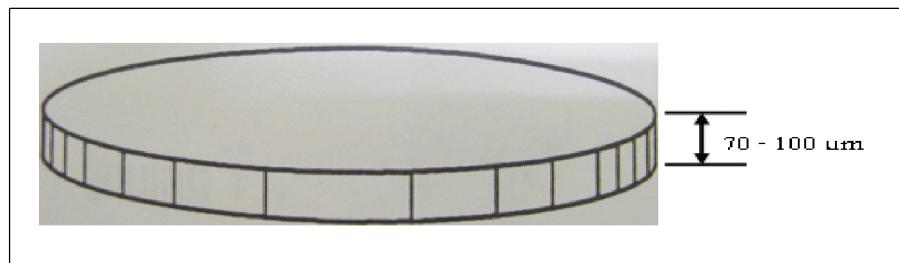


รูปที่ 3.26 ชิ้นตัวอย่างที่ได้ตัดด้วยเครื่องตัดความถี่สูง

4. นำแผ่นตัวอย่างที่ได้ขึ้นตอนที่ 3 ละลายการที่ติดบนกระดาษแล้วนำชิ้นตัวอย่างมาติดบนแท่งวางตัวอย่างของ disc grinder นำชิ้นงานมาใส่ใน disc grinder ดังรูปที่ 3.27 จากนั้นนำมาขัดกับ diamond plate ให้ชิ้นงานมีความหนาประมาณ 70 ถึง 100 ไมโครเมตรดังรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.27 เครื่องขัด disc grinder ของบริษัท GATAN

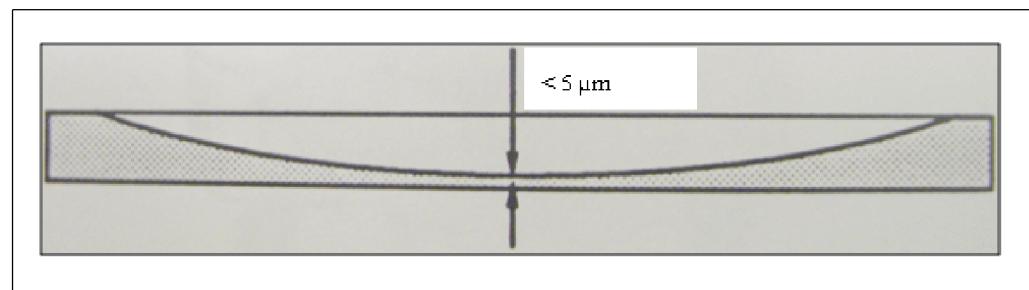


รูปที่ 3.28 ชิ้นตัวอย่างที่ได้ขัดด้วย disc grinder

5. นำชิ้นงานที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 นำมาเข้าเครื่อง dimple deep ดังรูปที่ 3.29 ขัดชิ้นงานตรงกลางลึกลงไป โดยใช้ diamond grease ขัดลงผิวชิ้นงานให้ลึกลงไปจนความหนาตรงกลางมีความหนาน้อยกว่า 5 ไมโครเมตร ดังรูปที่ 3.30

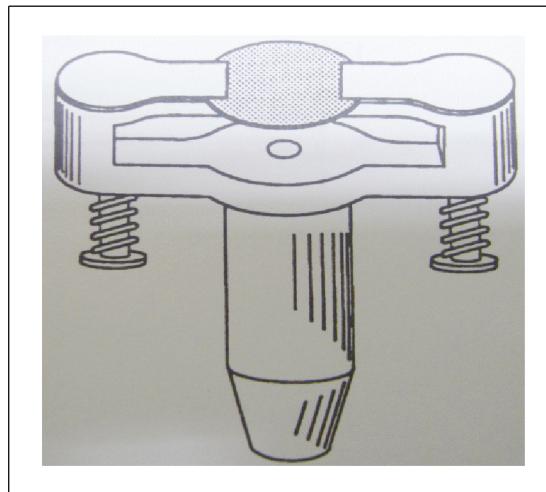


รูปที่ 3.29 เครื่อง dimple deep ของบริษัท GATAN



รูปที่ 3.30 ชิ้นตัวอย่างที่ขัดให้ลึกลงไปด้วยเครื่อง dimple deep

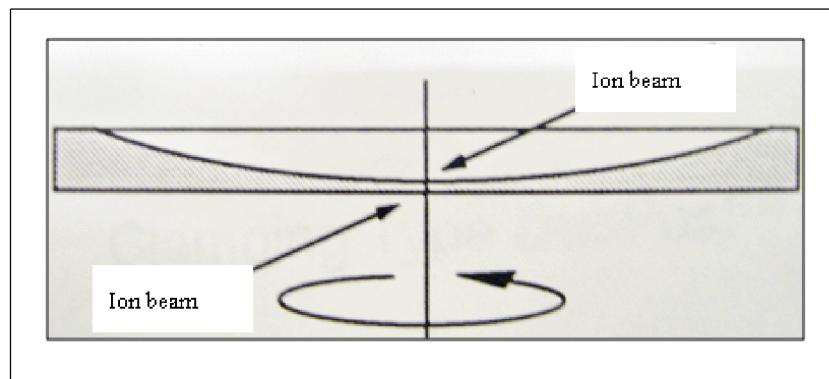
6. นำชิ้นงานที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 นำมาใส่ใน climping type duopost ดังรูปที่ 3.31 เพื่อจับชิ้นงานนำเข้าสู่เครื่องกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน (ion milling) ดังรูปที่ 3.32 ทำการยิงลำแสงไอออน (ion beam) ตรงกลางจนชิ้นงานทะลุ ซึ่งลักษณะการยิง ion beam ดังรูปที่ 3.33



รูปที่ 3.31 ที่จับยึดชิ้นงาน climping type duopost



รูปที่ 3.32 เครื่องกัดพิวน้ำชีนงานด้วยไอออน (ion milling) ของบริษัท GATAN



รูปที่ 3.33 ชิ้นตัวอย่างที่ทำการกัดผิวน้ำชีนงานด้วยไอออน (ion milling)

7. นำชิ้นงานที่ได้จากข้อที่ 6 นำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) ดังรูปที่ 3.34 เพื่อที่จะศึกษาโครงสร้างจุลภาค ซึ่งจะใช้กำลังขยาย 25000 50000 และ 80000 เท่า



รูปที่ 3.34 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและอภิปรายผล

#### 4.1 การศึกษาลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้น

##### 4.1.1 การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงอะลูมินา

ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงอะลูมินา แสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลักษณะเฉพาะของผงอะลูมินา

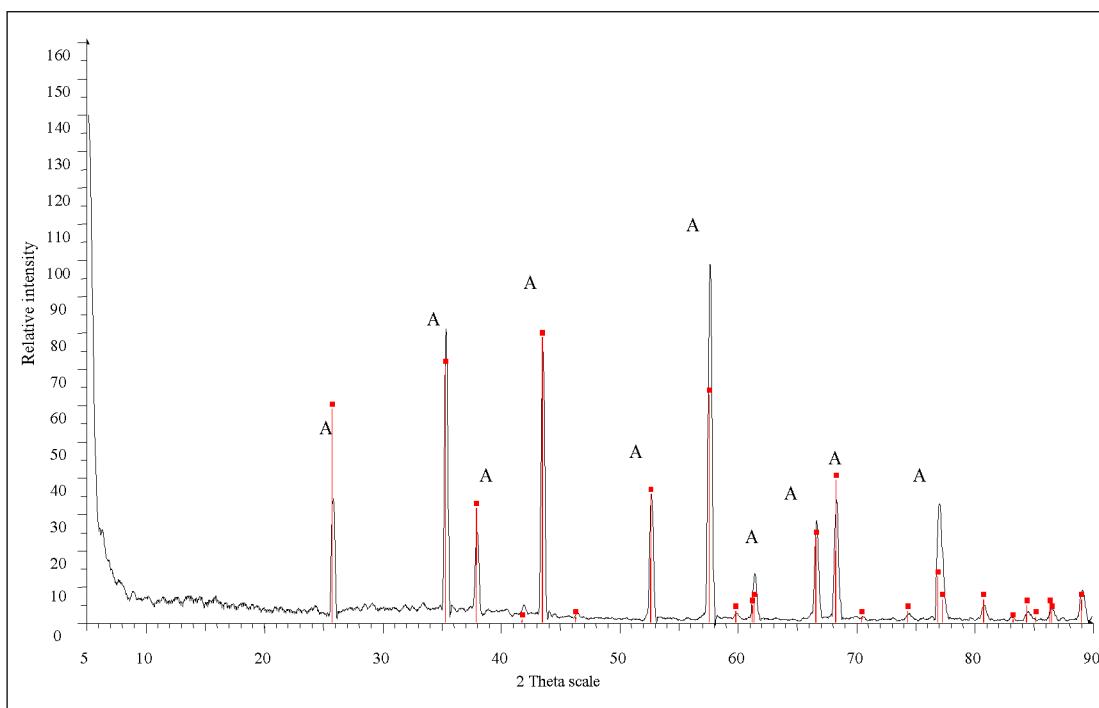
ลักษณะเฉพาะ	ค่าที่วัดได้
ความถ่วงจำเพาะ	3.69
การกระจายขนาดอนุภาค (ไมโครอน)	
- ขนาดที่เล็กกว่า 3.08	ร้อยละ 10
- ขนาดที่เล็กกว่า 7.47	ร้อยละ 50
- ขนาดที่เล็กกว่า 14.16	ร้อยละ 90
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ โดยน้ำหนัก) *	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	95.0
Na <sub>2</sub> O	0.3
SiO <sub>2</sub>	0.2
CaO	0.1
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.02
อื่น ๆ	4.38
วัสดุภาค	α-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

หมายเหตุ \* Suzhou Dexin Advanced Ceramics Co., Ltd.

จากการศึกษาอะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูง (ร้อยละ 99.5 โดยน้ำหนัก) จะมีสมบัติเชิงกลสูงด้วย แต่การวิจัยครั้งนี้ใช้อะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 โดยน้ำหนักเนื่องจากเป็นวัตถุดินที่มีอยู่แล้วและลดต้นทุนในการผลิต

#### 4.1.1.1 การวิเคราะห์ทางวัสดุภาคของผงอะลูมินา

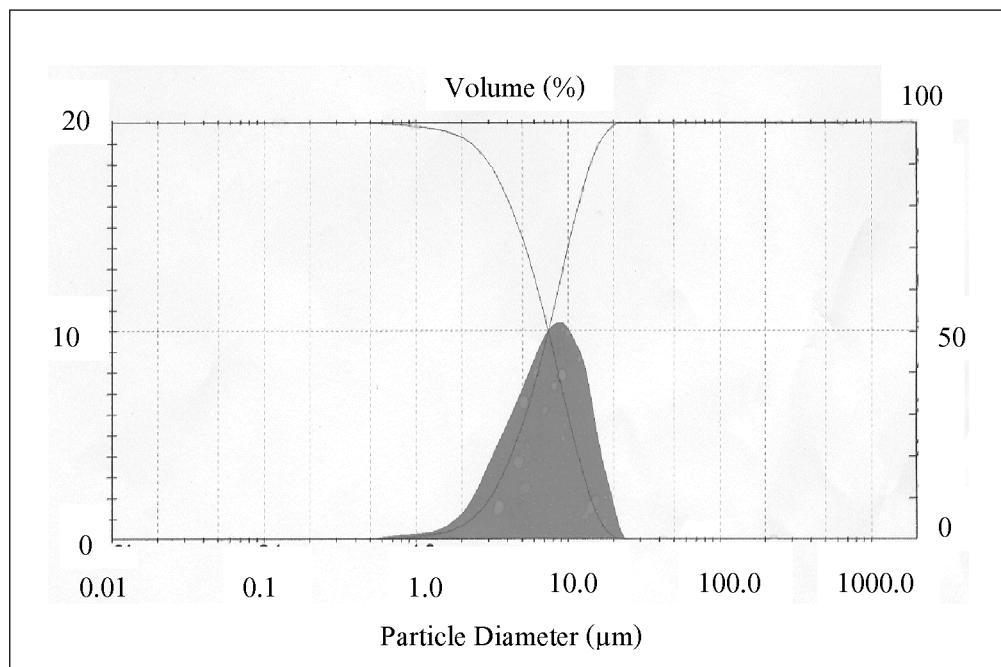
การวิเคราะห์วัสดุภาค ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟเฟรคโทรมิเตอร์ (XRD) ภาพเทิร์น (peak) ที่แสดงในรูปที่ 4.1 พบว่าพีกที่มีความเข้ม (intensity) สูงสุดอยู่ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 35.13 องศา พีกที่มีความเข้มรองลงมาอยู่ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 57.51 และ 43.36 องศา ตามลำดับมีวัสดุภาคอยู่ในรูปแอลฟ่า-อะลูมินา ( $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) (Card number 00-010-0173) เพียงวัสดุภาคเดียว



รูปที่ 4.1 XRD แพทเทิร์นของผงอะลูมินา โดย A แสดงวัสดุภาคแอลฟ่า-อะลูมินา

#### 4.1.1.2 การวิเคราะห์การกระจายขนาดของพงอะลูมินา

รูปแบบการกระจายขนาดอนุภาคของอะลูมินา จากการศึกษาด้วยเครื่องมือวัดขนาดอนุภาค โดยอาศัยการกระเจิงและเลี้ยวเบนของลำแสงเดเซอร์แสดงในรูปที่ 4.2 พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 มีค่าเท่ากับ 7.47 ไมครอน



รูปที่ 4.2 การกระจายขนาดอนุภาคของอะลูมินา

#### 4.1.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงคาร์บอน

ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงคาร์บอน แสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ลักษณะเฉพาะของผงคาร์บอน

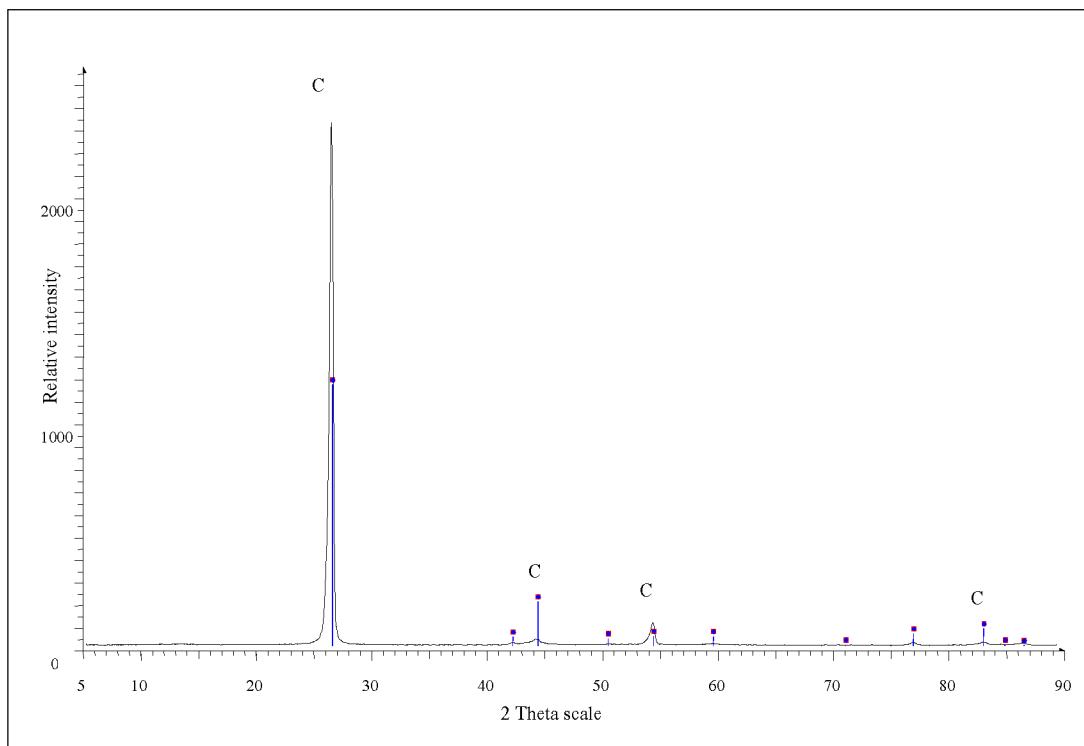
ลักษณะเฉพาะ	ค่าที่วัดได้
ความถ่วงจำเพาะ	2.27
การกระจายขนาดอนุภาค (ไมโครอน)	
- ขนาดที่เล็กกว่า 2.73	ร้อยละ 10
- ขนาดที่เล็กกว่า 8.63	ร้อยละ 50
- ขนาดที่เล็กกว่า 23.96	ร้อยละ 90
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ โดยน้ำหนัก) *	99.95
C	ppm
Al	ppm
Mg	ppm
Mo	ppm
Ni	ppm
K	ppm
วัตถุ	C

หมายเหตุ \* SIGMA-ALDRICH Co., Ltd.

จากการศึกษาคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูง (ร้อยละ 99.95 โดยน้ำหนัก)

#### 4.1.2.1 การวิเคราะห์ทางวัสดุภาคของผงคาร์บอน

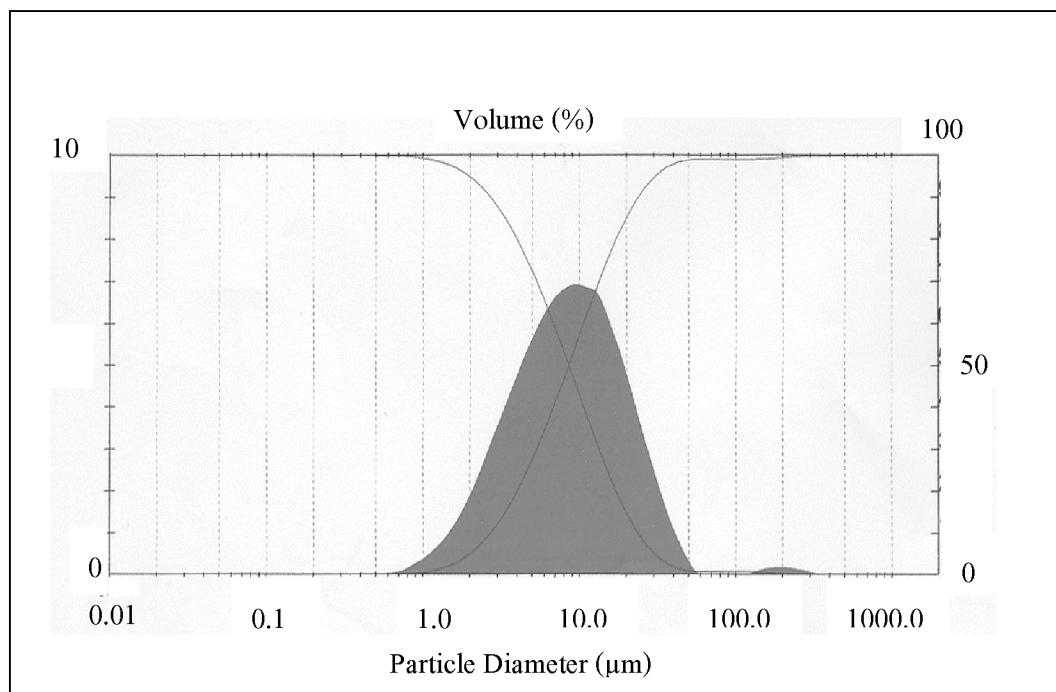
การวิเคราะห์วัสดุภาค ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟเฟรคโตรมิเตอร์ (XRD) ภาพเทิร์น (peak) ที่แสดงในรูปที่ 4.3 พบว่าพีกที่มีความเข้ม (intensity) สูงสุดอยู่ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 26.54 องศา พีกที่มีความเข้มรองลงมาอยู่ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 44.52 และ 83.52 องศา ตามลำดับ มีวัสดุภาคอยู่ในรูปคาร์บอน (C) (Card number 03-065-6212) เพียงวัสดุภาคเดียว



รูปที่ 4.3 XRD ภาพเทิร์นของผงคาร์บอน โดย C แสดงวัสดุภาคคาร์บอน

#### 4.1.2.2 การวิเคราะห์การกระจายขนาดของพาร์บอน

รูปแบบการกระจายขนาดอนุภาคของคาร์บอน จากการศึกษาด้วยเครื่องมือวัดขนาดอนุภาค โดยอาศัยการกระเจิงและเดี่ยวบนของลำแสงเลเซอร์แสดงในรูปที่ 4.4 พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 มีค่าเท่ากับ 8.63 ไมครอน



รูปที่ 4.4 การกระจายขนาดอนุภาคคาร์บอน

#### 4.1.3 การศึกษาลักษณะเฉพาะของผงซิลิกอน

ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผงซิลิกอน แสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ลักษณะเฉพาะของผงซิลิกอน

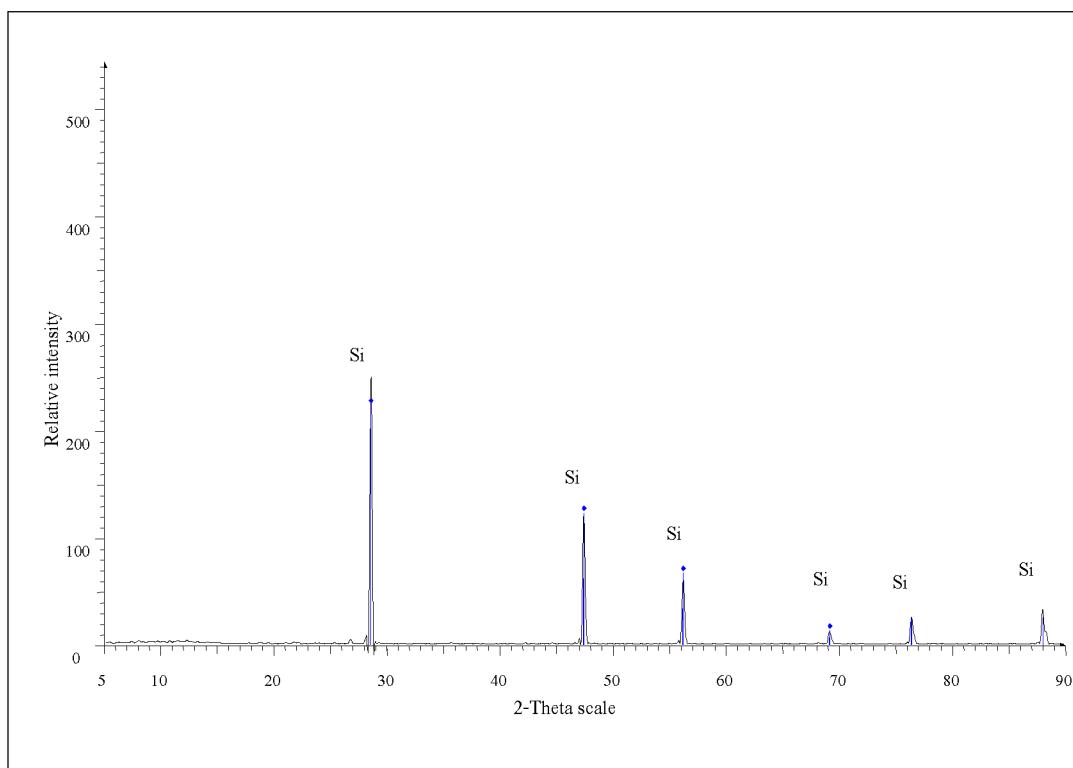
ลักษณะเฉพาะ	ค่าที่วัดได้
ความถ่วงจำเพาะ	2.33
การกระจายขนาดอนุภาค (ไมโครอน)	
- ขนาดที่เก็บกว่า 3.73	ร้อยละ 10
- ขนาดที่เก็บกว่า 14.33	ร้อยละ 50
- ขนาดที่เก็บกว่า 31.42	ร้อยละ 90
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ โดยน้ำหนัก) *	
Si	98.5
Al	ppm
B	ppm
Co	ppm
Cr	ppm
Ca	ppm
วัสดุ	Si

หมายเหตุ \* SIGMA-ALDRICH Co., Ltd.

จากการศึกษาซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์สูง (ร้อยละ 98.5 โดยน้ำหนัก)

#### 4.1.3.1 การวิเคราะห์ทางวัสดุภาคของผงซิลิกอน

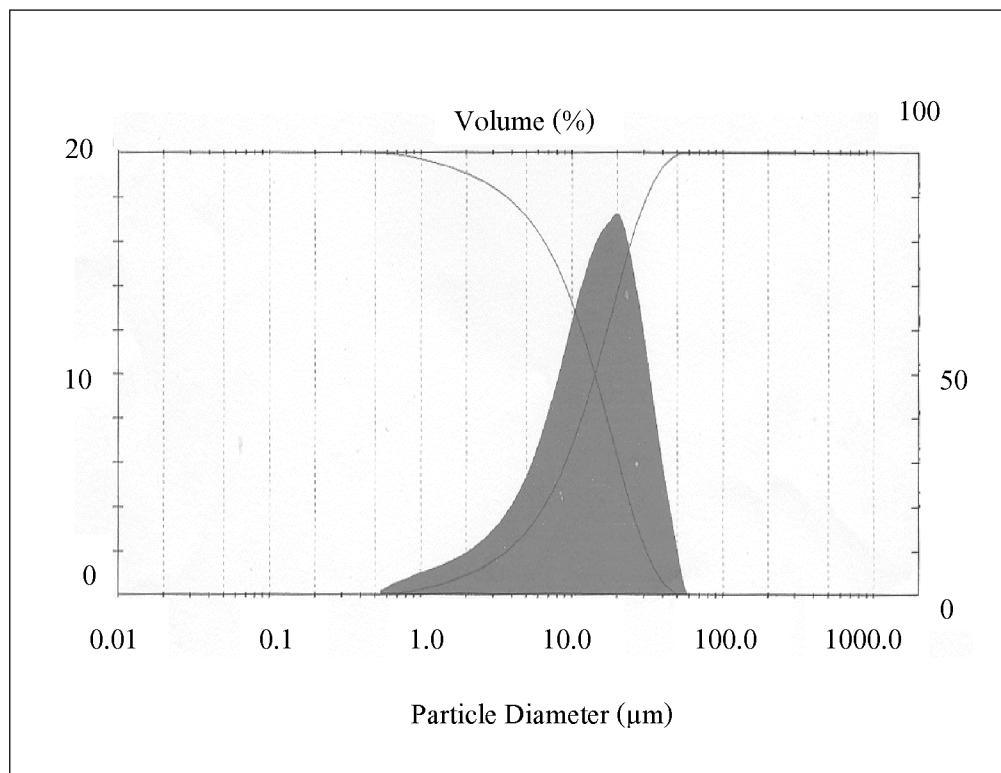
การวิเคราะห์วัสดุภาค ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟเฟรคโทรามิเตอร์ (XRD) ภาพเทิร์น (Peak) ที่แสดงในรูปที่ 4.5 พบว่าพีกที่มีความเข้ม (intensity) สูงสุดอยู่ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 28.44 องศา พีกที่มีความเข้มรองลงมาอยู่ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 47.30 และ 56.12 องศา ตามลำดับมีวัสดุภาคอยู่ในรูปซิลิกอน (Si) (Card number 00-027-1402) เพียงวัสดุภาคเดียว



รูปที่ 4.5 XRD ภาพเทิร์นของผงซิลิกอน โดย Si แสดงวัสดุภาคซิลิกอน

#### 4.1.3.2 การวิเคราะห์การกระจายขนาดของพงซิลิกอน

รูปแบบการกระจายขนาดอนุภาคของซิลิกอน จากการศึกษาด้วยเครื่องมือวัดขนาดอนุภาค โดยอาศัยการกระเจิงและเดี่ยวบนของคำแสงเลเซอร์แสดงในรูปที่ 4.6 พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปริมาณสะสมร้อยละ 50 มีค่าเท่ากับ 14.33 ไมครอน

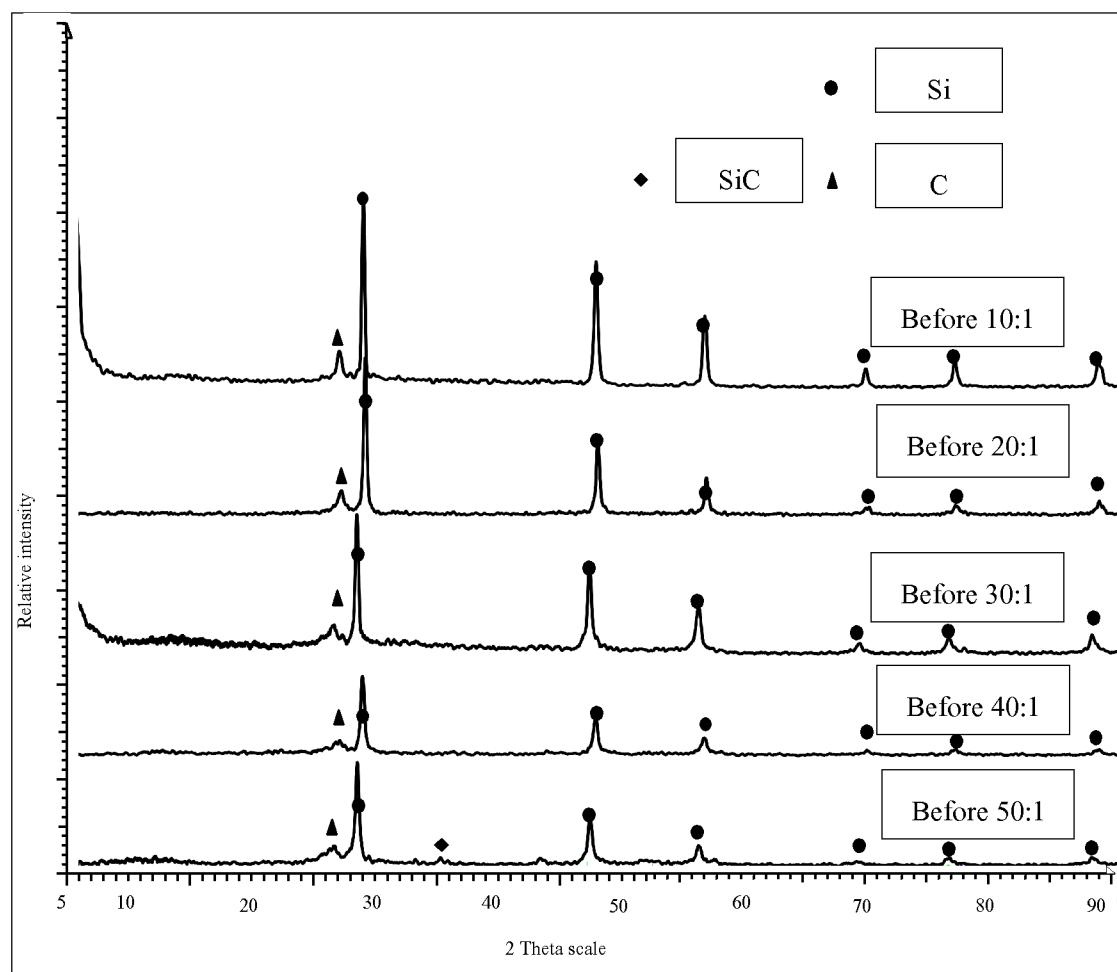


รูปที่ 4.6 การกระจายขนาดอนุภาคซิลิกอน

## 4.2 ผลของกระบวนการบดผสมแบบเชิงกลที่มีต่อการสังเคราะห์ผงซิลิกอนคาร์บไบด์ หลังจากการบดที่เวลาต่าง ๆ กัน

### 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่างหลังจากการบด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ท เรโซ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 ก่อนทำการ annealing

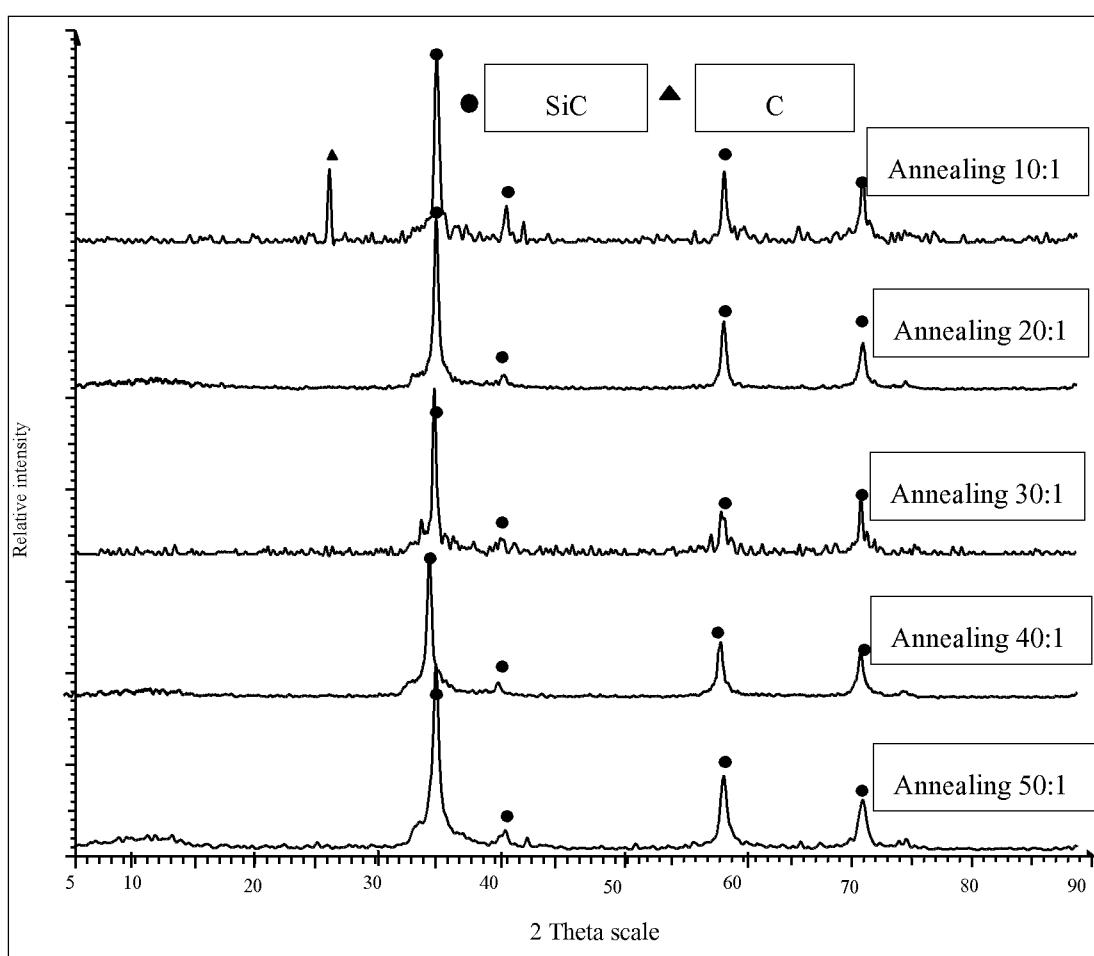
จากผลการวิเคราะห์ทางวัสดุภาคด้วยเครื่องอีกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตรมิเตอร์ (XRD) ที่แสดงในรูปที่ 4.7 พีคสูงสุดที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 28.44 องศา พีคที่มีความเข้มรองลงมาที่ 47.30 และ 56.12 เป็นวัสดุภาคของซิลิกอน พีคที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 26.54 องศา เป็นวัสดุภาคของคาร์บอน โดยปรากฏวัสดุภาคของซิลิกอนคาร์บไบด์เพียงเล็กน้อย มีพีคที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 35.59 ที่ชาร์ทเรโซ 50:1 ใช้เวลาบดผสม 1 ชั่วโมง



รูปที่ 4.7 ชาร์ทเรโซที่ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 ก่อนทำการ annealing

**4.2.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่างหลังจากการบดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ท เรโซ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 หลังทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศอาชาร์กอน**

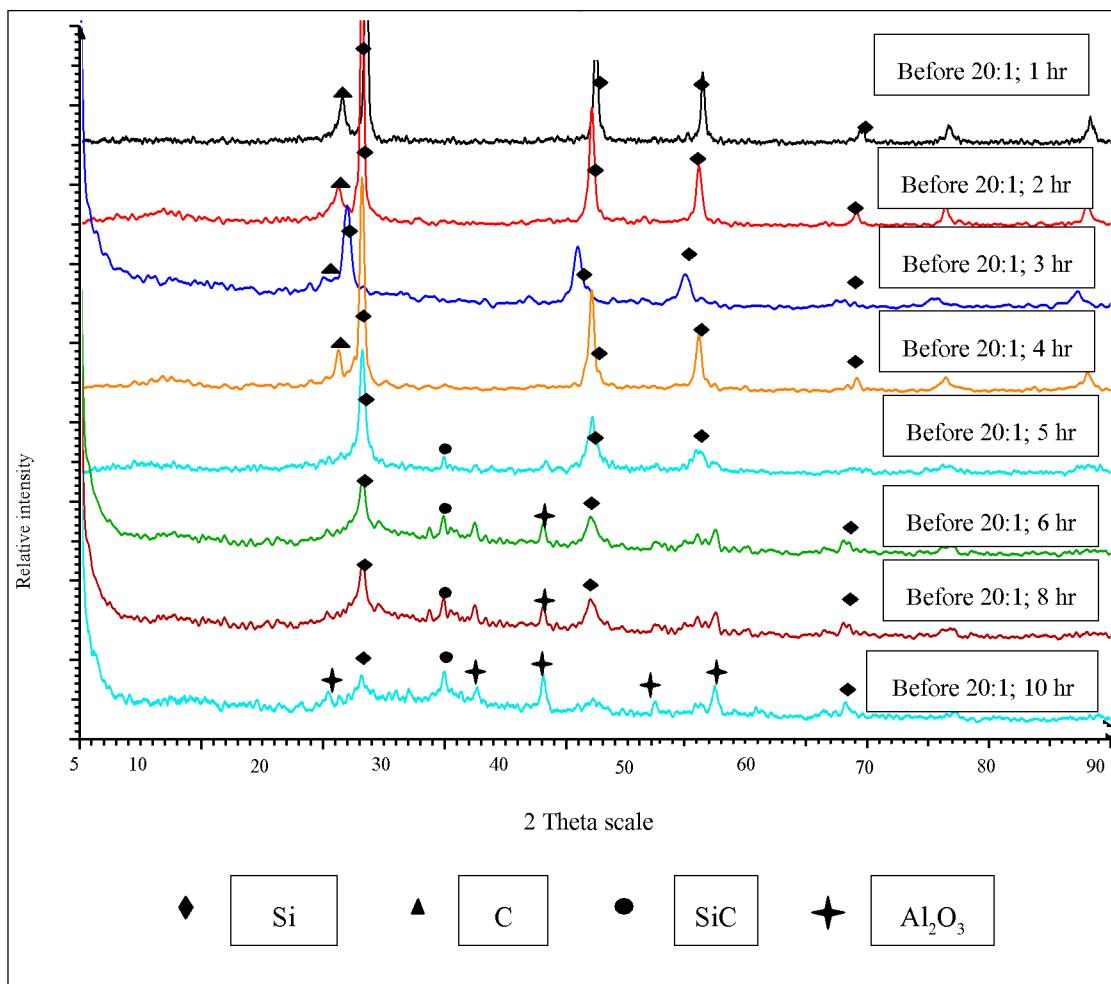
จากผลการวิเคราะห์ทางวัสดุภาคด้วยเครื่องอีกซ์เรย์ดิฟแฟร์ครอฟท์มิเตอร์ (XRD) ที่แสดงในรูปที่ 4.8 โดยจากการบดผสมแบบเชิงกลที่ชาร์ท เรโซ 10:1 แสดงพีคความเข้มสูงสุดที่มุม 20 เท่ากับ 35.59 และพีคที่มีความเข้มรองลงมาคือ 59.97 และ 71.77 องศาตามลำดับ ซึ่งเป็นวัสดุภาคของซิลิกอนคาร์ไบด์และพีคความเข้มที่มุม 20 เท่ากับ 26.54 องศา เป็นวัสดุภาคของคาร์บอนที่หลงเหลือจากการทำปฏิกิริยา ส่วนการบดผสมเชิงกลจะใช้ชาร์ทเรโซที่ 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 หลังทำการ annealing ปรากฏพีคความเข้มของวัสดุภาคซิลิกอนคาร์ไบด์เพียงวัสดุภาคเดียว



รูปที่ 4.8 ชาร์ทเรโซที่ 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 หลังทำการ annealing

หลังจากทำการบดผสมแบบเชิงกลโดยใช้ชาร์ทเรโซช ต่าง ๆ กันพบว่าที่ชาร์ทเรโซช 10:1 ปรากฏวัฏภาคของซิลิกอนคาร์ไบด์ แต่ยังคงเหลือวัฏภาคคาร์บอนอิสระ (free carbon) และในส่วนของชาร์ทเรโซชที่ 30:1 40:1 และ 50:1 ในการทำการบดแต่ละครั้งจะได้ปริมาณสารออกมาน้อยมาก จึงทำให้เลือกทำการบดที่ชาร์ทเรโซช 20:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนของลูกบดต่อปริมาณสารที่ทำให้เร็ว ปราศจากซิลิกอนคาร์ไบด์เพียงวัฏภาคเดียว โดยทำการบดที่ระยะเวลาเพิ่มขึ้นคือ 2 3 4 5 6 8 และ 10 ตามลำดับ เพื่อหาระยะเวลาในการบดผสมแบบเชิงกลที่เหมาะสม ในการสังเคราะห์ผงซิลิกอนคาร์ไบด์

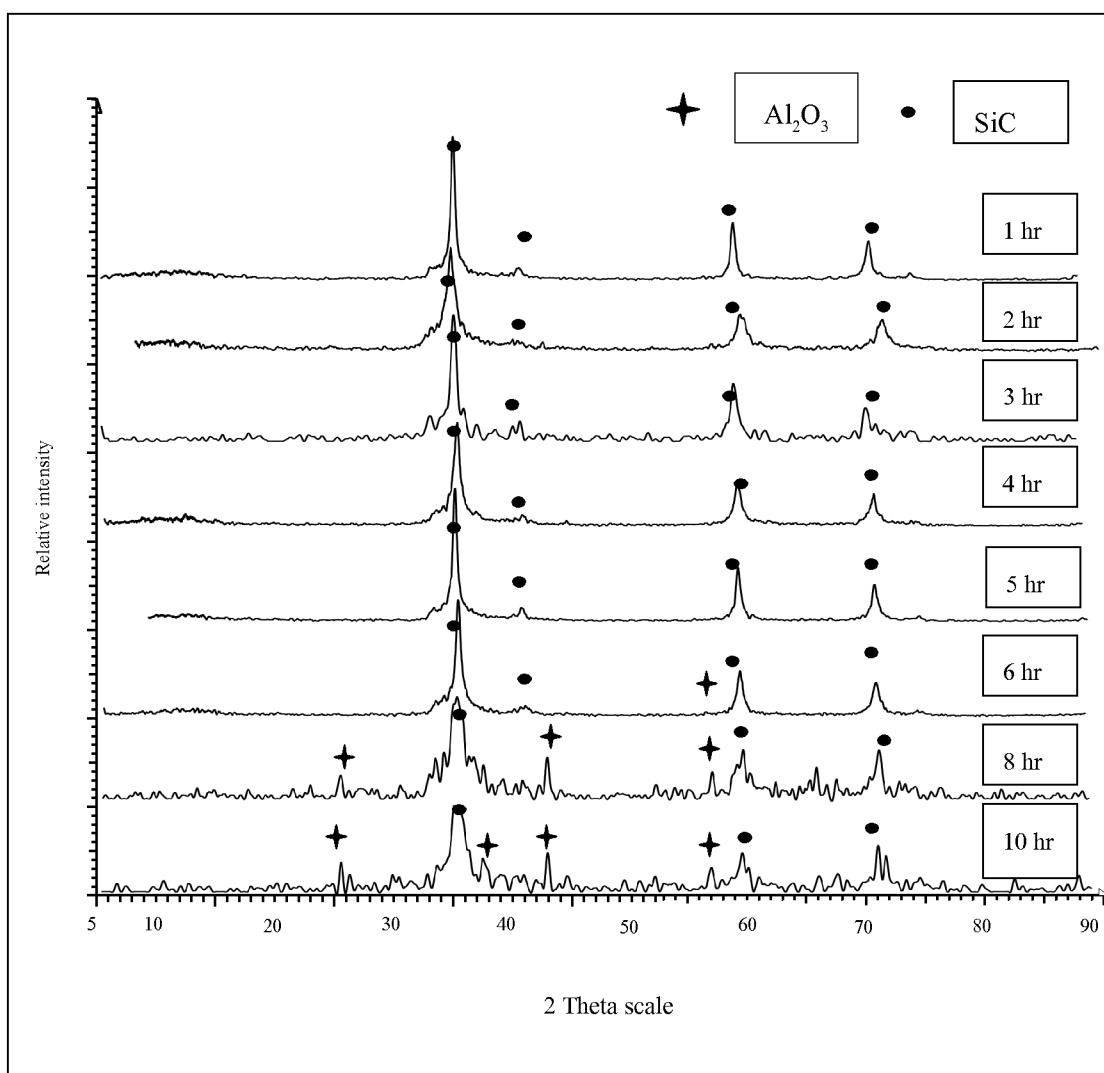
#### 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัฏภาคของผงตัวอย่างหลังจากทำการบดที่ระยะเวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ท เรโซช 20:1 ก่อนทำการ annealing



รูปที่ 4.9 ชาร์ทเรโซช 20:1 ที่การวิเคราะห์ทางวัฏภาคของผงตัวอย่างก่อนจากการบดที่ชาร์ท เรโซช 20:1 ที่เวลาต่าง ๆ กัน

จากผลการวิเคราะห์ทางวัสดุภาคด้วยเครื่องอีกซ์เรย์ดิฟแฟร์ค โทรมิเตอร์ (XRD) ที่แสดงในรูปที่ 4.9 พบว่าที่เวลาเริ่มต้น 1-4 ชั่วโมงในการบดผสมแบบเชิงกลพิคที่มีความเข้มสูงสุดอยู่ที่มุม 20 เท่ากับ 28.44 องศา พิคที่มีความเข้มรองลงมาอยู่ที่มุม 20 เท่ากับ 47.30 และ 56.12 องศา ตามลำดับ เป็นวัสดุภาคของซิลิกอน และขังมีพิคที่มีความเข้มที่มุม 20 เท่ากับ 26.54 เป็นวัสดุภาคของคาร์บอน จากรูปที่ 4.9 พบว่าความเข้มของพิคทั้งซิลิกอนและคาร์บอนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพ XRD ของสารตั้งต้นซิลิกอนและคาร์บอน ยังไม่พบการปรากฏวัสดุภาคของซิลิกอนcarbide เมื่อได้ทำการบดผสมแบบเชิงกลที่เวลา 5 ชั่วโมงจะพบว่าพิคที่มีความเข้มสูงสุดคือ พิคที่มุม 20 เท่ากับ 28.44 องศา และพิคที่มีความเข้มรองลงมาอยู่ที่มุม 47.30 และ 57.12 องศาตามลำดับ ซึ่งเป็นวัสดุภาคซิลิกอนและเริ่มปรากฏพิคขนาดเล็กที่มุม 20 เท่ากับ 35.59 ซึ่งเป็นวัสดุภาคซิลิกอนcarbide โดยพิคทั้งหมดมีความเข้มลดลงและมีลักษณะกว้างขึ้น (broadening) เมื่อเปรียบเทียบกับตอนเริ่มบดผสมแบบเชิงกลและเมื่อทำการบดผสมแบบเชิงกลที่ระยะเวลา 6 8 และ 10 ชั่วโมง ตามลำดับ แล้วนำไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางวัสดุภาคของผงตัวอย่างหลังจากการบดที่ระยะเวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ทเทอร์ 20:1 หลังทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศอาร์กอน

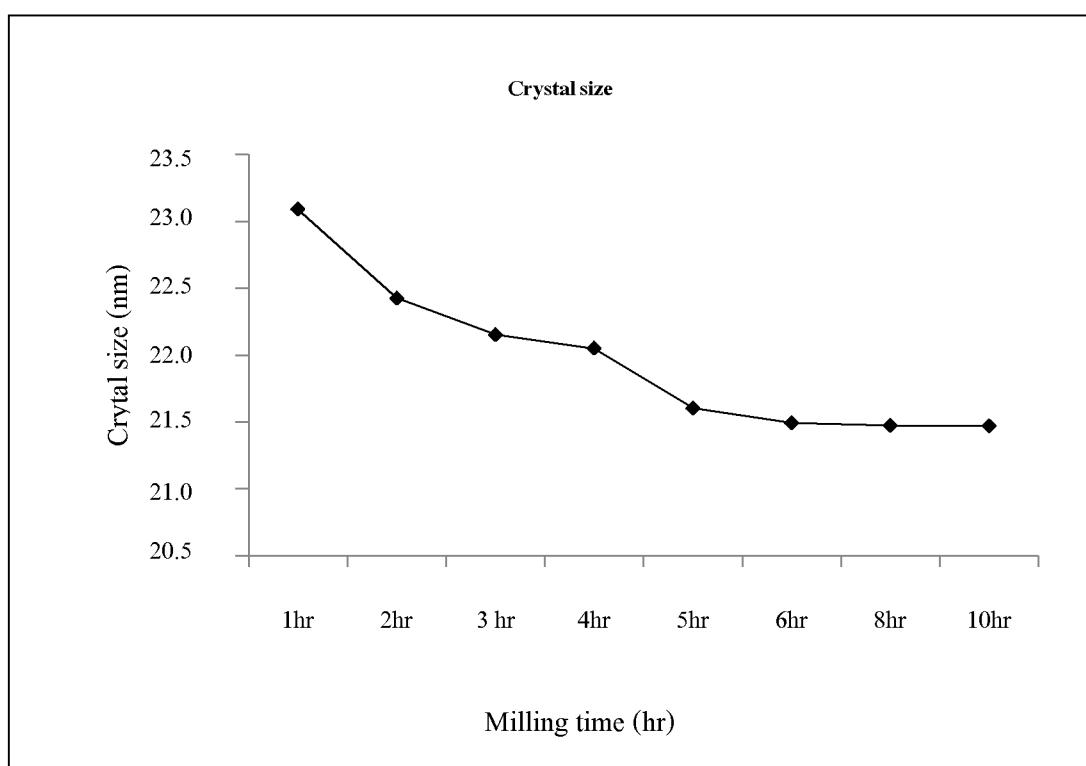
หลังจากนำผงตัวอย่างที่ผ่านการบดผสมแบบเคมีเชิงกลที่ระยะเวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงไปทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศอาร์กอน จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอีกซ์เรย์ดิฟแฟร์ค โทรมิเตอร์ (XRD) ของผงตัวอย่างที่ผ่านการบดผสมแบบเคมีเชิงกลที่เวลา 1 2 3 4 และ 5 ชั่วโมงแล้วนำไป annealing พบว่าพิคที่มีความเข้มสูงสุดที่มุม 20 เท่ากับ 35.59 และพิคที่มีความเข้มรองลงมาคือ 59.97 และ 71.77 องศาตามลำดับ ซึ่งมีวัสดุภาคซิลิกอนcarbideเพียงวัสดุภาคเดียว ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 ชาร์ทเรโทรซี 20:1 โดยใช้เวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง หลัง annealing

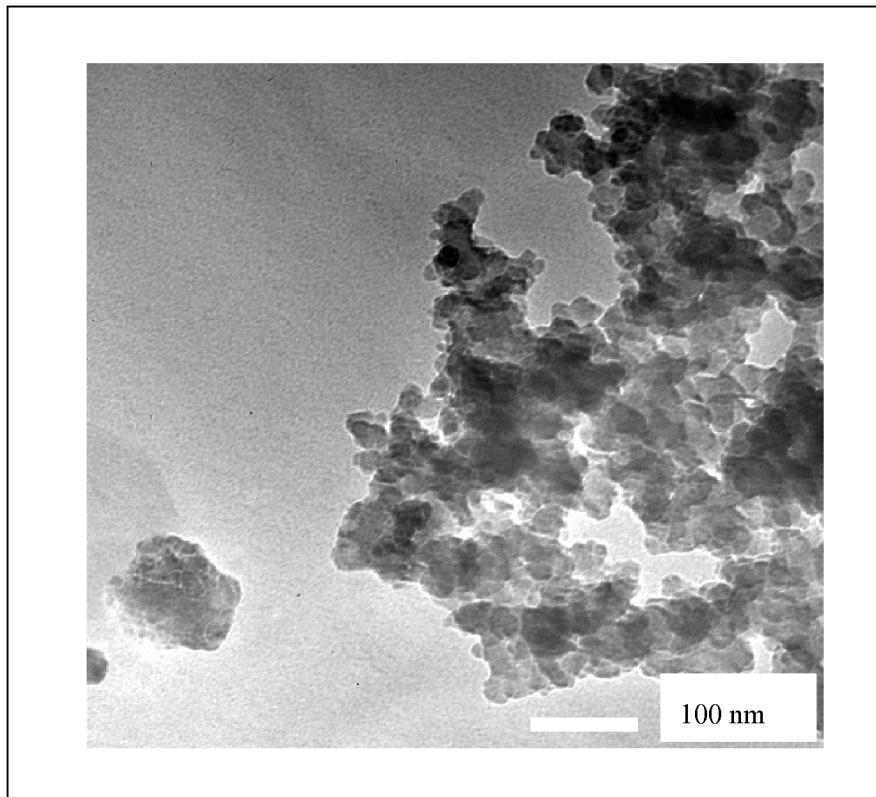
เมื่อทำการวิเคราะห์วัสดุภาคของผงตัวอย่างที่นำໄไปทำการบดผสมแบบเชิงกลที่ระยะเวลา 6 8 และ 10 ชั่วโมงตามลำดับ พบว่าลักษณะความเข้มของพีคที่ปรากฏที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 35.59 ซึ่งแสดงวัสดุภาคซิลิกอนคาร์บอนมีความเข้มข้นลดลงและกว้างมากขึ้น โดยจะเริ่มปรากฏพีคความเข้มที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 25.58 37.78 43.36 และ 57.51 องศาตามลำดับ ซึ่งแสดงวัสดุภาคของอะลูมินา

**4.2.5 ผลของกระบวนการบดผสมแบบเชิงกลที่มีต่อขนาดผลึก (crystallite size) ของผงชิลิกอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ได้ที่เวลาการบด 5 ชั่วโมงหลังทำการ annealing ขนาดผลึก (crystallite size) ของผงที่ผ่านกระบวนการบดผสมแบบเชิงกลโดยใช้ชาร์ทเรโซซ 20:1 ที่เวลา 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงตามลำดับหลังจากการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้บรรยายกาศอาร์กอน จะพบว่าขนาดผลึกของผงหลังการบดจะมีขนาดลดลง เมื่อเวลาในการบดผสมแบบเชิงกลเพิ่มขึ้น โดยคำนวนขนาดผลึกจาก Scherrer formula (คำนวนจากสมการที่ 3.3) ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์วัสดุภาคดังที่ได้กล่าวไว้ ก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงไปแล้ว crystal size จะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดังรูปที่ 4.11**



รูปที่ 4.11 ขนาดผลึกของผงชิลิกอนคาร์ไบด์ (nm) ที่เวลาบดผสมต่างกัน โดยใช้ชาร์ทเรโซซ 20:1

ภาพแสดงลักษณะของผงอนุภาคซิลิกอนคาร์บไบด์ที่ได้จากการบดผสานแบบเชิงกลโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน



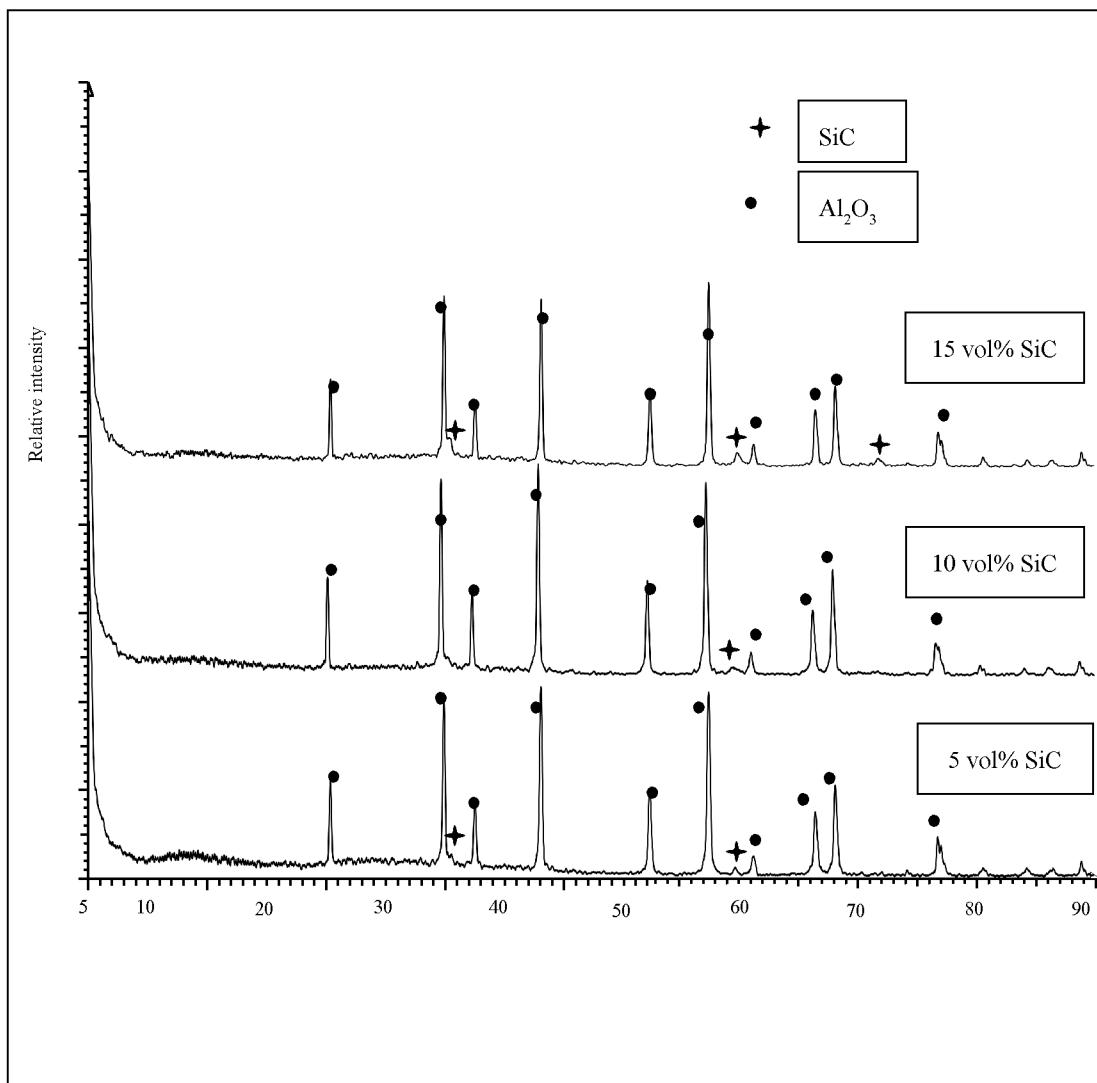
รูปที่ 4.12 ขนาดพื้นที่ของผงซิลิกอนคาร์บไบด์ ใช้ชาร์ทเรโซชี 20:1 เวลาในการบด 5 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

จากรูปที่ 4.12 ภาพถ่าย TEM ของผงอนุภาคซิลิกอนคาร์บไบด์ที่ผ่านการบดผสานแบบเชิงกลโดยใช้ชาร์ทเรโซชี 20:1 ใช้เวลาในการบด 5 ชั่วโมงและทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศอิรักอน พบว่าผงอนุภาคซิลิกอนคาร์บไบด์ มีขนาดประมาณ 20 นาโนเมตรและมีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน (agglomerate)

จากการบดผสานแบบเชิงกลที่ระยะเวลาต่าง ๆ กันทำให้ทราบว่าระยะเวลาในการบดและอัตราส่วนลูกบดต่อปริมาณสารที่เหมาะสมคือระยะเวลา 5 ชั่วโมงและชาร์ทเรโซชี 20:1 ตามลำดับเนื่องจากทำให้ได้ปริมาณสารที่พอเพียงและไม่เกิดการเจือปนของอะลูมินา ซึ่งเป็น impurity

**4.3 ผลของปริมาณซิลิกอนคาร์บไนด์ที่มีต่อสมบัติวัสดุเชิงประกลบอะลูминิอา-ซิลิกอน  
คาร์บไนด์หลังผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิแตกต่างกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง**

**4.3.1 วัฏภาพของวัสดุเชิงประกลบอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์บไนด์ที่มีปริมาณซิลิกอนคาร์บไนด์  
ร้อยละ 15 โดยปริมาตร เผาผนึกที่ 1750 องศาเซลเซียส**



รูปที่ 4.13 วัฏภาพของวัสดุเชิงประกลบอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์บไนด์ที่มีปริมาณซิลิกอนคาร์บไนด์  
ร้อยละ 15 โดยปริมาตร เผาผนึกที่ 1750 องศาเซลเซียส

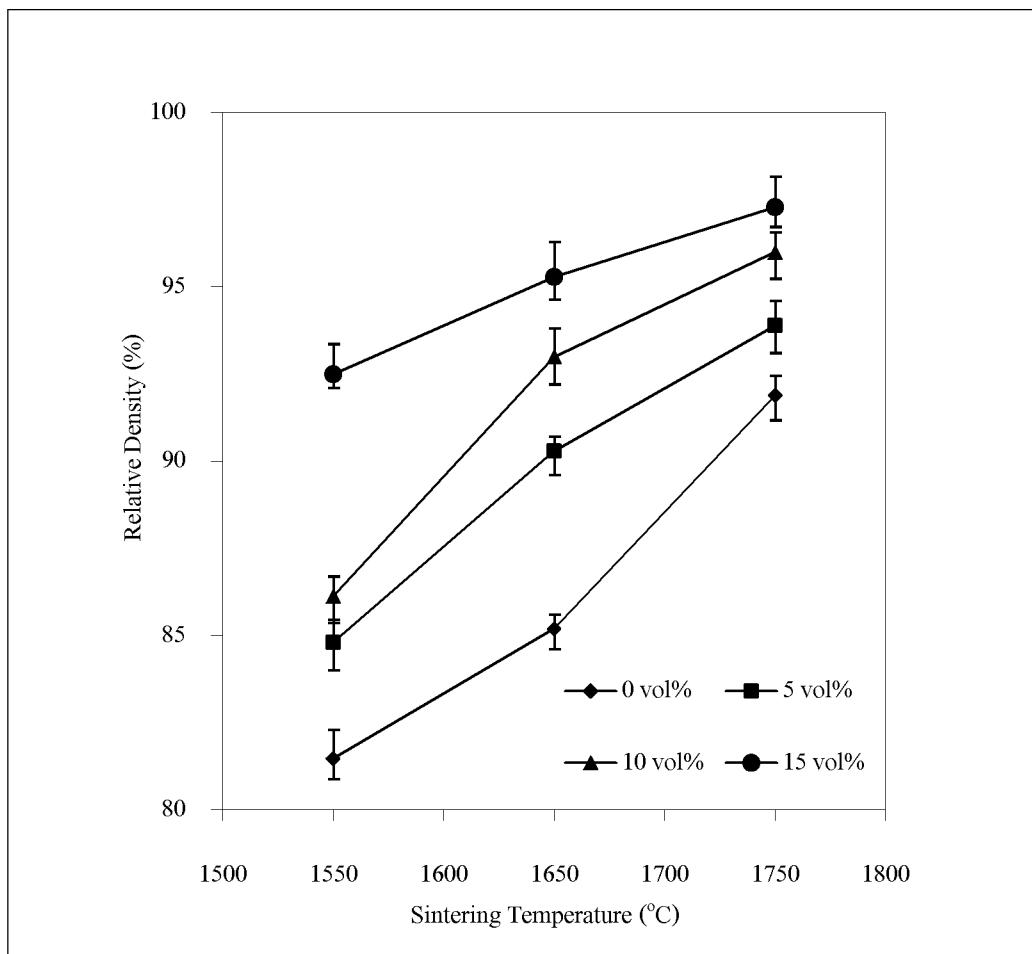
วัสดุเชิงประดิษฐ์ของอลูมิเนียม-ซิลิกอนคาร์บไบด์หลังการเผาเผนกที่อุณหภูมิ 1750°C พบร่วมกับพีพีที่มุ่ง 20 25.58 35.13 37.78 43.36 52.55 57.51 61.34 66.54 68.29 และ 77.22 เป็นวัสดุภาคของอลูมิเนียมซึ่งพีพีที่มุ่ง 20 35.39 59.97 และ 77.71 เป็นวัสดุภาคของซิลิกอนคาร์บไบด์ พบร่วมกันได้ปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณ 5 vol% พีพีที่ไม่ค่อยขัดเจน เนื่องจากปริมาณของซิลิกอนคาร์บไบด์ มีปริมาณน้อย เมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ที่ 15 vol% จะเห็นวัสดุภาคของซิลิกอนคาร์บไบด์อย่างชัดเจน

#### 4.3.2 ผลของปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ต่อความหนาแน่นและปริมาณรูพรุน

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ที่มีผลต่อความหนาแน่น ของแต่ละตัวอย่าง เมื่อ AS0 (SiC 0 vol%) AS5 (SiC 5 vol%) AS10 (SiC 10 vol%) AS15 (SiC 15 vol%) ซึ่งซิลิกอนคาร์บไบด์ที่นำมาเสริมแรงได้จากการบดผสม 5 ชั่วโมง โดยใช้ชาร์ฟเทอร์โอชที่ 20:1 ทำการ annealing ที่อุณหภูมิ 1350°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้บรรยายการรักษา แสดงไว้ในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ค่าความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประดิษฐ์แต่ละตัวอย่าง

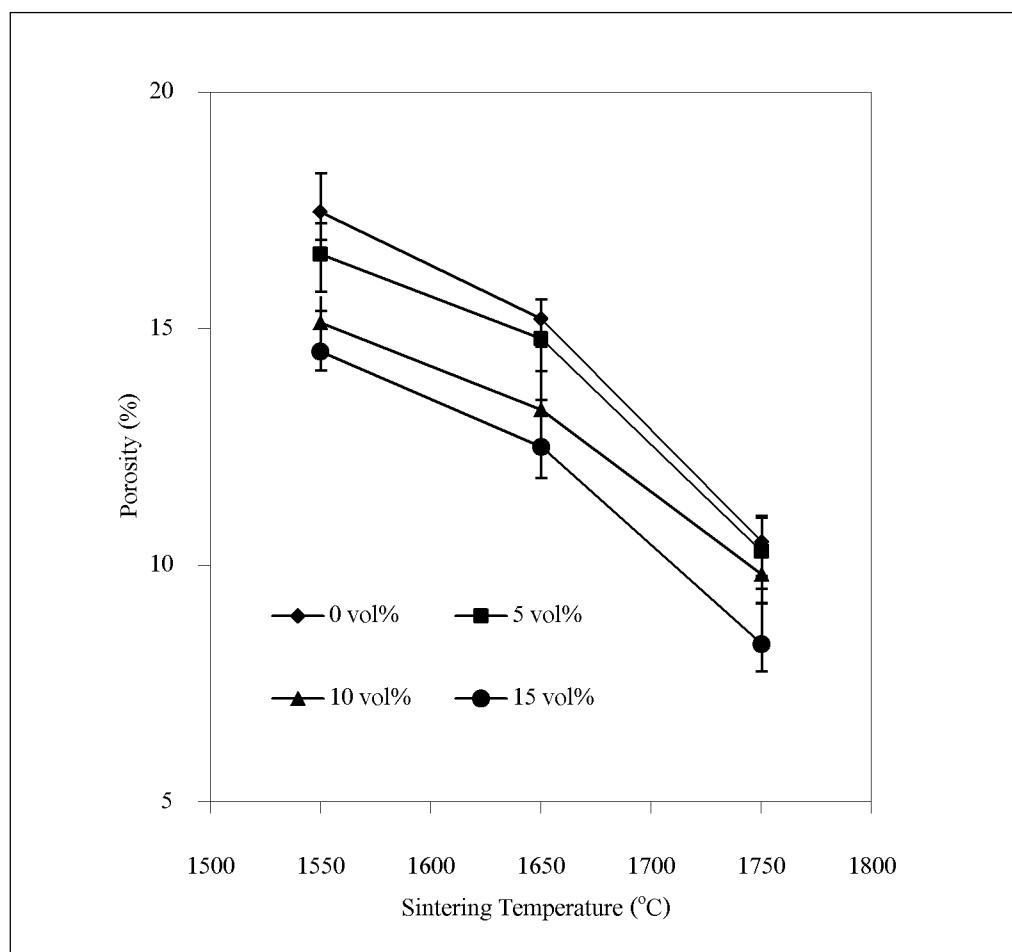
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	รหัสตัวอย่าง	ความหนาแน่น (Relative density) (%)	ปริมาณรูพรุน (%) (Apparent Porosity)
1550	AS0	81.48	17.48
	AS5	84.8	16.58
	AS10	86.13	15.13
	AS15	92.5	14.52
1650	AS0	85.2	15.22
	AS5	90.3	14.8
	AS10	93	13.29
	AS15	95.3	12.51
1750	AS0	91.9	10.5
	AS5	93.9	10.3
	AS10	96	9.82
	AS15	97.3	8.34



รูปที่ 4.14 ผล Relative density ที่มีผลต่อปริมาณของซิลิกอนคาร์บไบด์ต่างกัน

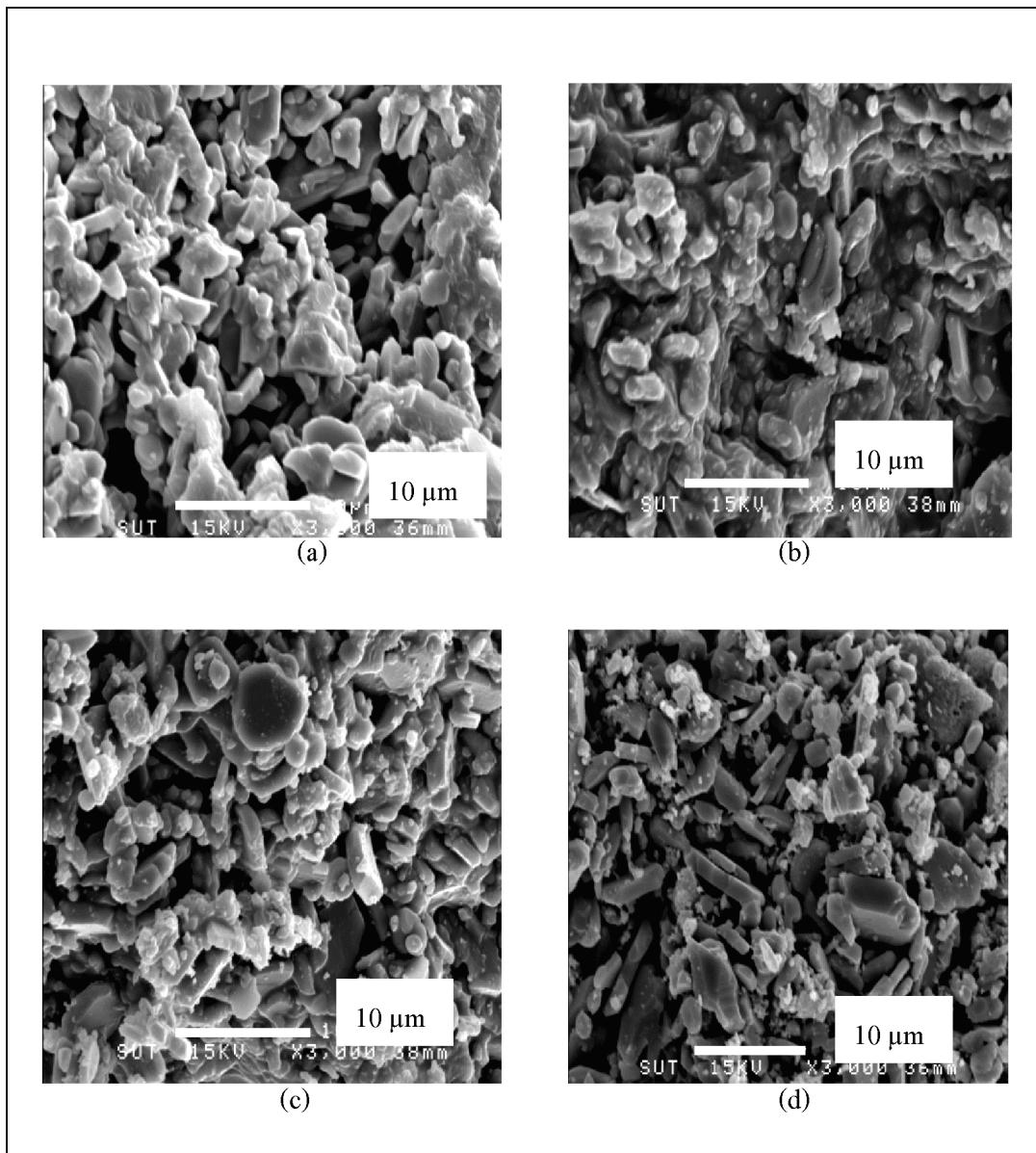
เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นและของแต่ละตัวอย่าง ดังตารางที่ 4.4 รูปที่ 4.14 พบว่า ซิลิกอนคาร์บไบด์ที่เติมเข้าไปในปริมาณร้อยละ 5 10 และ 15 โดยปริมาตร ส่งผลให้ความหนาแน่นของอะลูมินาเพิ่มขึ้นนื่องจากซิลิกอนคาร์บไบด์นั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูง (ประมาณ  $2830^{\circ}\text{C}$ ) (Tairov and Tsvetkov, 1988) มีผลทำให้ความสามารถในการเผาผนึกของอะลูมินาลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณของรูพรุนในอะลูมินา ซึ่งซิลิกอนคาร์บไบด์ได้เข้ามาอยู่ร้อยต่อร้อยระหว่างเกรน 3 เกรน (triple point junction) ทำให้เกิด pin effect จะทำให้ขนาดเกรนของอะลูมินามีขนาดที่ลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ (Deng, Shi, Zhang, Jian, and Guo, 1998) และขนาดของอนุภาคก็มีผลต่อความหนาแน่นด้วย การเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นมากจาก  $\text{Y}_2\text{O}_3$  ที่ใส่เพื่อเป็น sintering aid ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shapiro เมื่อใส่  $\text{Y}_2\text{O}_3$  ที่ปริมาณ 0.15 wt% ทำให้ความหนาแน่นของ  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC โดยใส่ซิลิกอนคาร์บไบด์ที่ 5 vol% นั้นเพิ่มขึ้น (Shapiro, Todd, Titchmarsh, and Robert, 2009) จากงานวิจัยของ Jang พบว่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เมื่อใส่ SiC ที่มีอนุภาคขนาด

นาโนเมตร ซึ่งอนุภาคที่ SiC มีขนาดเล็กจะอยู่ภายในเกรน อนุภาค SiC ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าจะอยู่ระหว่างเกรน จะทำให้ขับยึดการเกิดการโตตของเกรน (Jang, Kishi, and Oh, 1995)



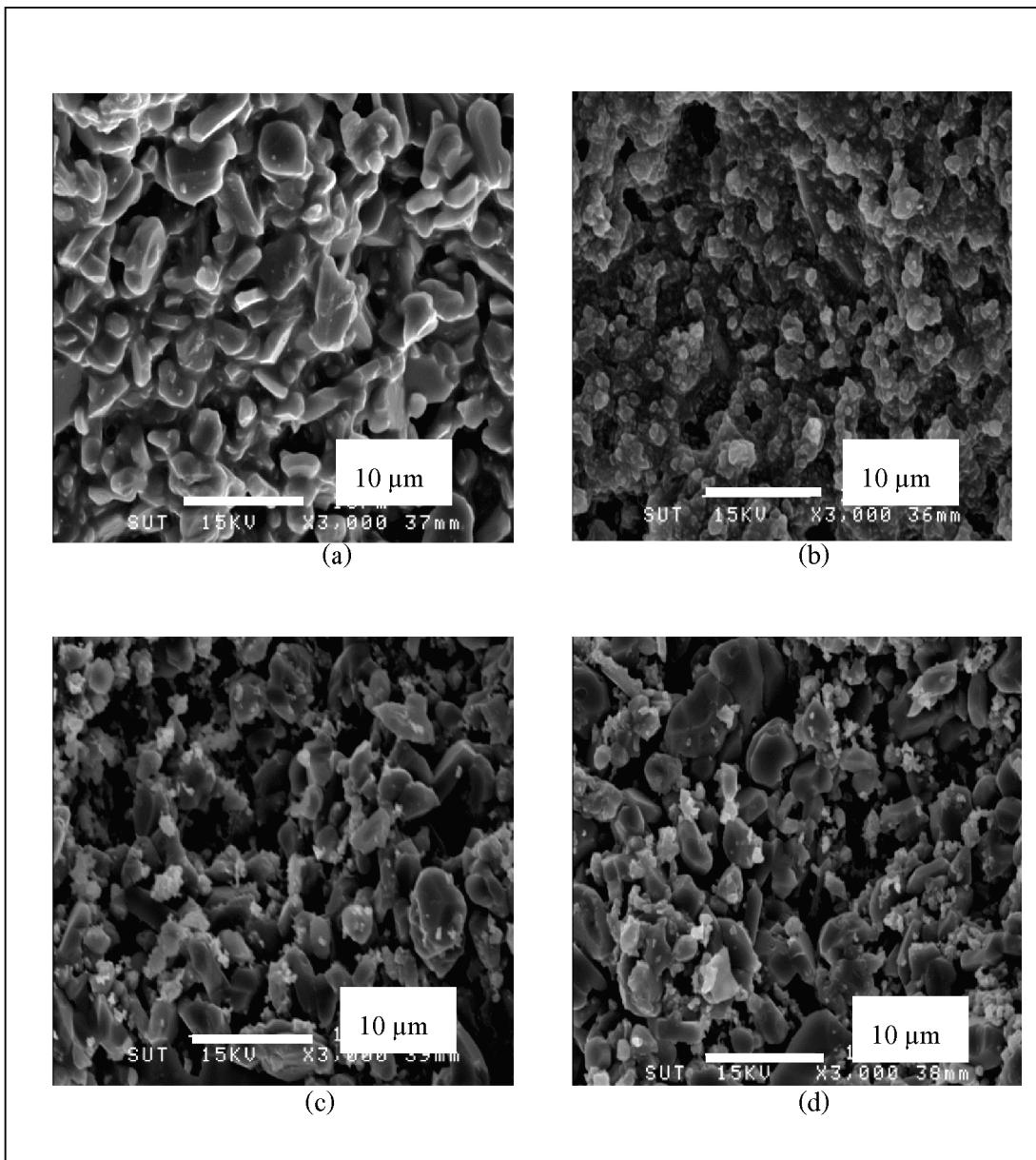
รูปที่ 4.15 ผล Apparent Porosity ที่มีผลต่อปริมาณของ ซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน

เมื่ออัลูมินาไดรับความร้อนที่อุณหภูมิสูงจะเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้นส่งให้ปริมาณของรูพรุน ในวัสดุเชิงประกอบลดลงและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนาแน่นของแต่ละตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสูญตัวเพิ่มขึ้น (Shi, Xu, Zhang, Dong, Tan, Wang and Yang, 2010) ขนาดของเกรนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณรูพรุนน้อยลง เมื่อนำซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อัตราส่วนต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang เพาผนีกัวศุชิงประกอบ  $\text{Al}_2\text{O}_3/30 \text{ wt\% TiCN}$  ในช่วงอุณหภูมิ 1700 ถึง 1850°C ทำให้ความหนาแน่นที่อุณหภูมิที่ได้มากกว่า 99% เมื่อทำการเผาผนีกที่อุณหภูมิที่มากกว่า 1800°C (Wang, Guo, L., and Guo, J., 2000)



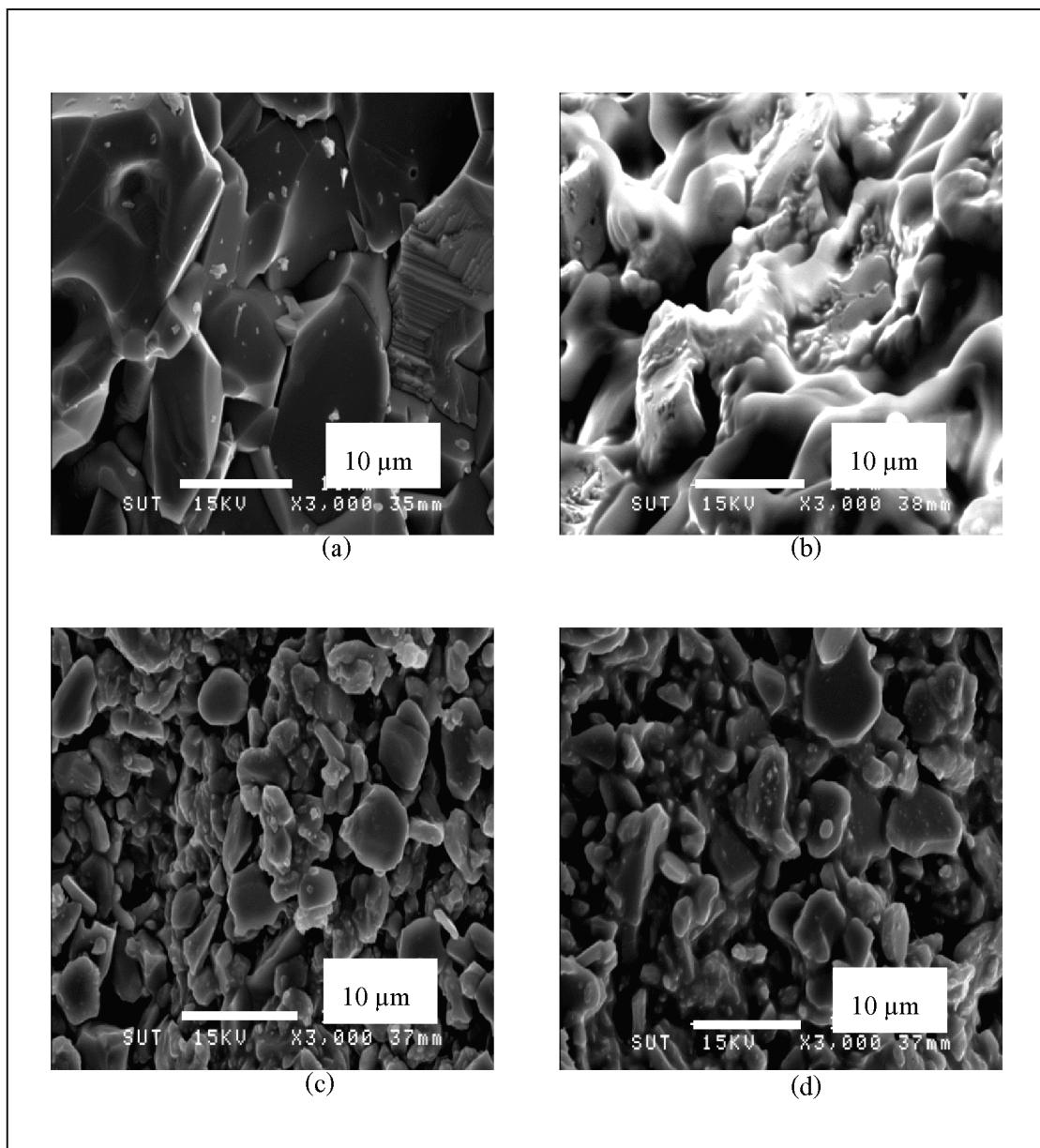
รูปที่ 4.16 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างขุลภาคของวัสดุเชิงประจุกอนผ่านการเผาเผนกที่อุณหภูมิ  $1550^\circ\text{C}$  (a)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (b) 5 vol% SiC (c) 10 vol% SiC (d) 15 vol% SiC

จากรูปที่ 4.16 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.3.1 ก่อนหน้านี้คือ (a) แสดงวัสดุภาคอะลูมินาที่ยังไม่ได้ทำการเติมแร่งด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์ (b) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 5 โดยปริมาตร (c) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยปริมาตร (d) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 15 โดยปริมาตร เมื่อพิจารณาจากภาพจะพบว่าปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประกอบจะลดลงเมื่อปริมาณของซิลิกอนคาร์ไบด์ในวัสดุเชิงประกอบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น พบการกระจายของซิลิกอนคาร์ไบด์ และขนาดเกรนของอะลูมินายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อทำการเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์



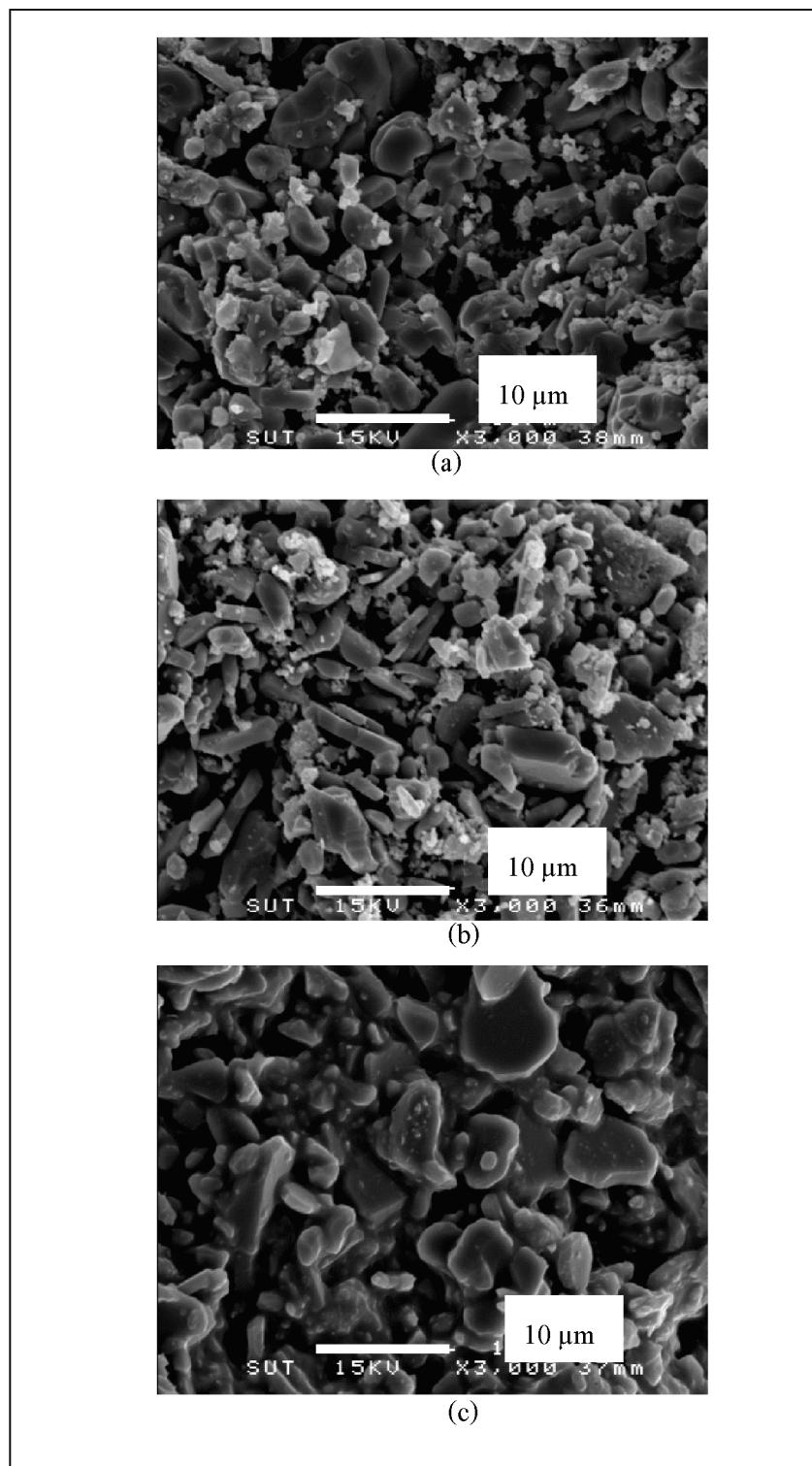
รูปที่ 4.17 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประภณฑ์ผ่านการเผาเผาที่อุณหภูมิ  $1650^{\circ}\text{C}$  (a)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (b) 5 vol% SiC (c) 10 vol% SiC (d) 15 vol% SiC

จากรูปที่ 4.17 ภาพถ่าย SEM แสดงของโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบ (a) แสดงวัสดุภาคอะลูมินาที่ยังไม่ได้ทำการเตรียมแรงดึงซีลิกอนคาร์บไบด์ (b) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซีลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 5 โดยปริมาตร (c) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซีลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยปริมาตร (d) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซีลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 15 โดยปริมาตร เมื่อพิจารณาจากภาพจะพบว่าปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประกอบจะลดลงเมื่อปริมาณของซีลิกอนคาร์บไบด์ในวัสดุเชิงประกอบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น และพบซีลิกอนคาร์บไบด์กระจายตัวอยู่ทั่วไปภายในโครงสร้างขนาดเกรนของอะลูมินาที่ปรากฏจะมีขนาดใกล้เคียง เมื่อเทียบกับอะลูมินาผ่านการเผาเผาที่อุณหภูมิ 1550 องศาเซลเซียส



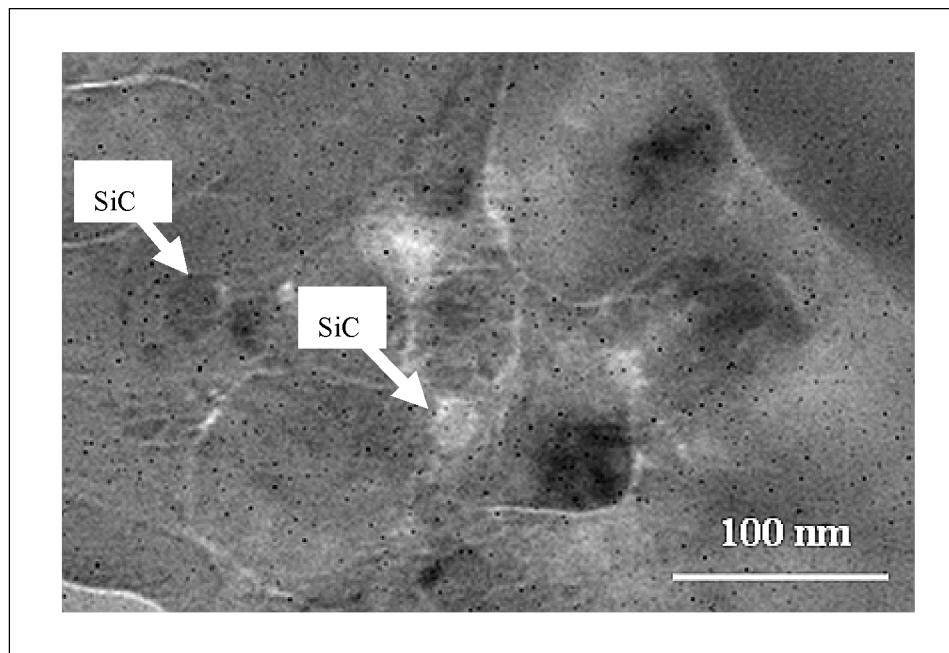
รูปที่ 4.18 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประจุลบผ่านการเผาเผาที่อุณหภูมิ 1750°C (a) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (b) 5 vol% SiC (c) 10 vol% SiC (d) 15 vol% SiC

จากรูปที่ 4.18 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบ (a) แสดงวัสดุภาคอะลูมินาที่ยังไม่ได้ทำการเตรียมแรงดึงซีลิกอนคาร์บไบด์ (b) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซีลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 5 โดยปริมาตร (c) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซีลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 10 โดยปริมาตร (d) แสดงวัสดุภาคของอะลูมินาและซีลิกอนคาร์บไบด์ที่ปริมาณร้อยละ 15 โดยปริมาตร เมื่อพิจารณาจากภาพจะพบว่าปริมาณรูพรุนของวัสดุเชิงประกอบจะลดลงเมื่อปริมาณของซีลิกอนคาร์บไบด์ในวัสดุเชิงประกอบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น ขนาดเกรณที่ของอะลูมินาที่ปรากฏในภาพ (a) จะมีขนาดโตขึ้นเมื่อเทียบกับอะลูมินาที่ทำการเผาณีกที่อุณหภูมิ 1550 และ 1750 องศาเซลเซียส เมื่อปริมาณของซีลิกอนคาร์บไบด์เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกรณของอะลูมินามีขนาดลดลงเนื่องจากอนุภาคซีลิกอนคาร์บไบด์สามารถยับยั้งโตของเกรณอะลูมินาได้



รูปที่ 4.19 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกลบผ่านการเผาเผนกที่อุณหภูมิต่างกันมีปริมาณ SiC 15 vol% (a) 1550°C (b) 1650°C (c) 1750°C

จากรูปที่ 4.19 ภาพถ่าย SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคที่มีปริมาณ SiC 15 vol% ใช้อุณหภูมิในการเผาพนักที่ต่างกัน (a) 1550°C (b) 1650°C (c) 1750°C ซึ่งจะใช้เวลาในการเผาพนักที่ 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าความพรุนตัวน้อยลง เมื่อเผาพนักในอุณหภูมิที่สูงขึ้น และความหนาแน่นก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนที่อุณหภูมิในการเผาพนักที่ 1750°C พบว่าเกรนของอะลูมินาเข้ามาริดกันมากขึ้น



รูปที่ 4.20 ภาพถ่าย TEM ของวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ส่วนผสม 15vol% SiC ผ่านการเผาพนักที่อุณหภูมิ 1750°C

จากรูป 4.20 ปรากฏถูกอนภาชนะซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีต่อสัมบัติวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์หลังผ่านการเผาพนักที่อุณหภูมิแตกต่างกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง กระจายตัวอยู่ภายในเกรนของอะลูมินาและขอบเกรน

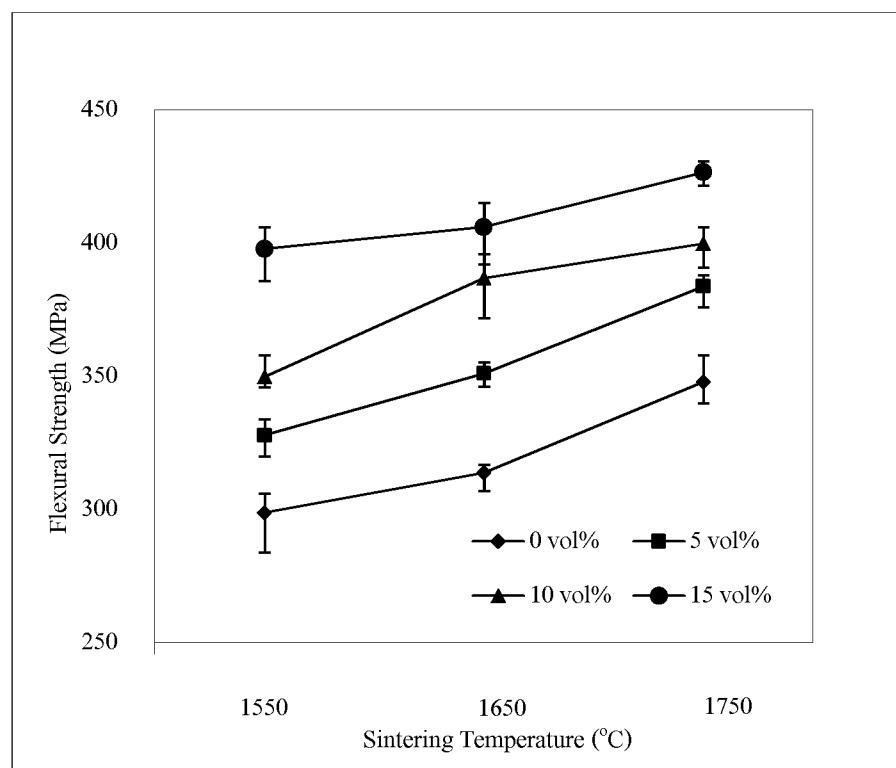
#### 4.3.3 ผลของปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีต่อสมบัติวัสดุเชิงประกลบอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์หลังผ่านการเผาพนักที่อุณหภูมิแตกต่างกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีต่อความหนาแน่นและการดัดแปลง ความหนาแน่นของตัวอย่างที่ได้จากการวิจัย ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ใช้ไฟจากชาเรอร์โซลฟ์ที่ 20:1 ใช้เวลาในการอบดผสาน 5 ชั่วโมงและ annealing ที่อุณหภูมิ 1350°C ภายใต้บรรยากาศอิเล็กทรอนิกส์ AS0 (SiC 0 vol%) AS5 (SiC 5 vol%) AS10 (SiC 10 vol%) AS15 (SiC 15 vol%) แสดงไว้ในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ค่าความทนต่อการดัดโค้ง ความหนึ่ง ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบของแต่ละตัวอย่าง ที่ผ่านการเผาพนักที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

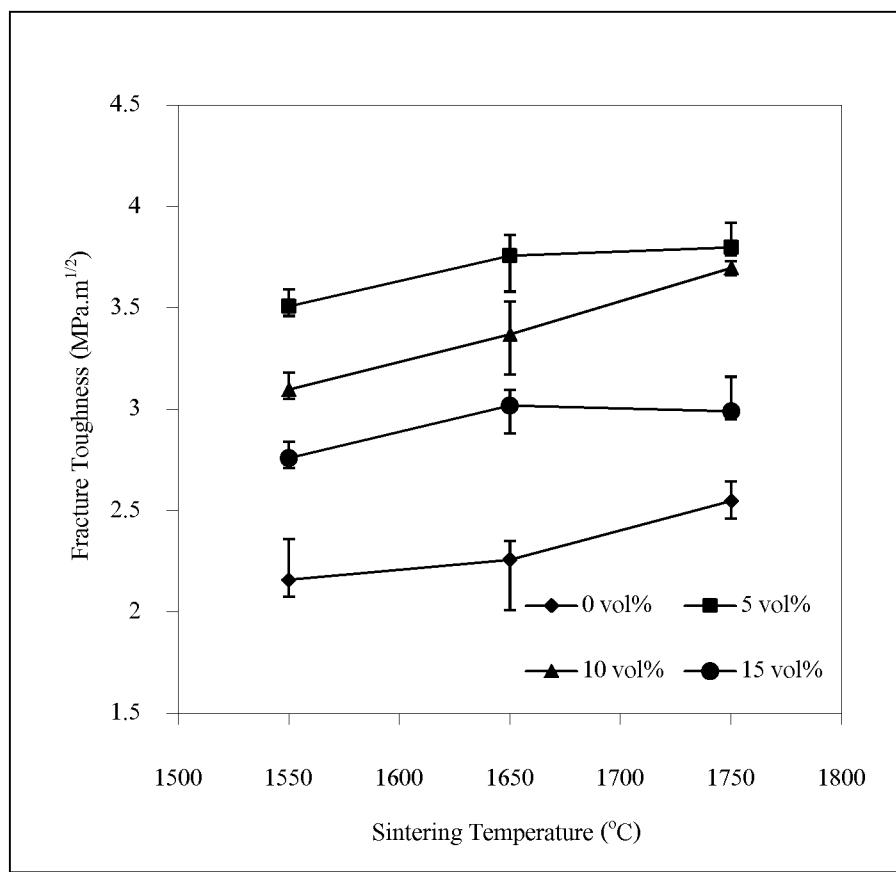
อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	สูตร	ความทนต่อ การดัดโค้ง (เมกะ ปascอล)	ความหนึ่ง*(เมกะ ปascอล $\times$ เมตร <sup>0.5</sup> )	ความแข็งวิกเกอร์ (จิกะปascอล)
1550	AS0	299	2.16	12
	AS5	328	3.51	15.71
	AS10	350	3.1	18.76
	AS15	398	2.76	20
1650	AS0	314	2.26	14.82
	AS5	351.3	3.76	18.12
	AS10	387	3.37	20.18
	AS15	406.2	3.02	23.4
1750	AS0	348	2.55	14.62
	AS5	384	3.8	19.6
	AS10	400	3.7	22.2
	AS15	426.8	2.99	23.4

หมายเหตุ \* ความหนึ่งคำนวณจากสมการที่ (3.6) หน้า 65



รูปที่ 4.21 ผล Flexural Strength ของวัสดุเชิงประกลบที่ปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ต่างกัน

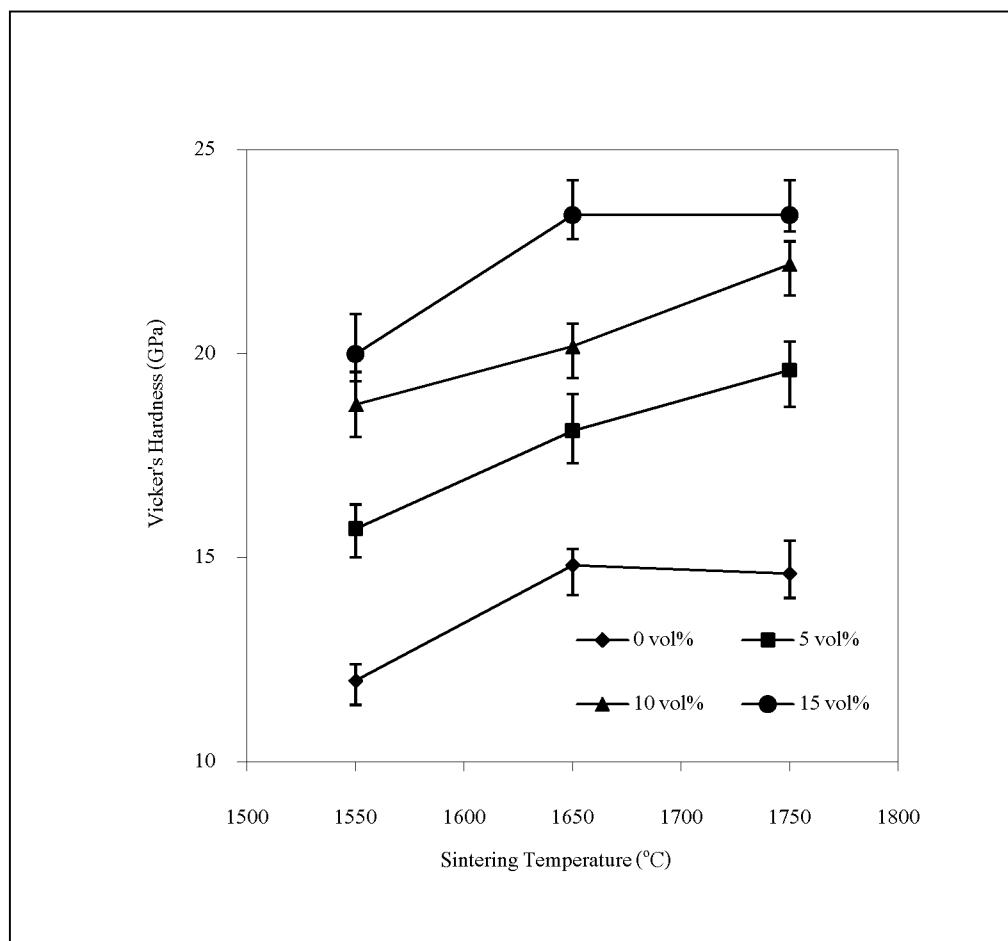
จากตารางที่ 4.5 แสดงค่าความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกลบพบว่าอุณหภูมิและปริมาณของผงซิลิกอนคาร์บไบด์มีผลต่อความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกลบเมื่อเทียบกับวัสดุอะลูминาที่ไม่ได้ทำการเติมแร่ โดยพบว่าความแข็งแรงของวัสดุจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิและปริมาณของผงซิลิกอนคาร์บไบด์เพิ่มขึ้น โดยพบว่าความแข็งแรงสูงสุดคือ 426.8 เมกะปานาลต์ที่อุณหภูมิ 1750 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณผงซิลิกอนคาร์บไบด์ร้อยละ 15 โดยปริมาตร รูปที่ 4.21 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์และอุณหภูมิในการเผาเผนกทำให้ความแข็งแรงสูงขึ้นซึ่งจะสอดคล้อง กับผลงานวิจัยในความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้น 30 ถึง 60% เมื่อเปรียบเทียบกับ monolithic  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (Dong, Xu, Shi, Zhang, Yang, and Tan, 2009) วัสดุเชิงประกลบอะลูминา-ซิลิกอนคาร์บไบด์ เมื่อนำอุ่นภาคระดับนาโนเมตรใส่ในปริมาณ 10 ถึง 20 wt% ทำให้ความแข็งแรงมากกว่าการใส่อุ่นภาชนะซิลิกอนคาร์บไบด์ระดับไมโครเมตรในปริมาณที่เท่ากัน โดยใช้การเผาเผนกแบบไม่ใช้แรงดัน (Perez et al., 1998) งานวิจัยของ Carroll พบร้าความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอนุภาคของ  $\text{SiC}$  ที่เล็กลงจากขนาดอนุภาคไมโครเมตรเป็นขนาดอนุภาคนาโนเมตร (Carroll, Sternitzke, and Derby, 1996)



รูปที่ 4.22 ผล Fracture toughness ของวัสดุเชิงประกอบที่ปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ต่างกัน

จากตารางที่ 4.5 แสดงค่าความหนืดของวัสดุเชิงประกอบอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์ไบด์พบว่าอุณหภูมิและปริมาณของผงซิลิกอนคาร์ไบด์มีผลต่อความหนืดของวัสดุเชิงประกอบ เมื่อเทียบกับวัสดุอะลูминิอาที่ไม่ได้ทำการเติมแร่ โดยพบว่าความหนืดของวัสดุจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิและปริมาณของผงซิลิกอนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้น โดยความหนืดของวัสดุสุดคือ 3.8 เมกะปาสกาล.เมตร<sup>0.5</sup> ที่อุณหภูมิ 1750 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณผงซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร รูปที่ 4.22 เมื่อค่าความหนืดสูงสุดอยู่ที่ปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อยละ 5 โดยปริมาตร แล้วจะลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ ความหนืดของวัสดุจะเพิ่มขึ้นมากจาก monolithic Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> มีลักษณะการแตกแบบ intergranular และเมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์จะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการแตกไปเป็นแบบ intragranular ซึ่งการแตกนั้นจะเกิดจาก nano-zirconia ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่กระจายตัวอยู่บนเกรนและขอบเกรน (Gao et al., 1999) จากงานวิจัยของ Wang พบร่วมกับ ปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ 5 wt% จะทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้นเป็น 4.7 MPa.m<sup>0.5</sup> เมื่อเปรียบเทียบกับ monolithic Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ซึ่งมีค่าความหนืดจะอยู่ที่ 3.25 MPa.m<sup>0.5</sup> และพบว่าใส่ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ 10 wt%

ความหนึ่งiyจะเพิ่มขึ้นเป็น  $4.7 \text{ MPa.m}^{0.5}$  (Wang, Guo, L., and Guo, J.K., 1998) จากงานวิจัยของ Levin พบว่าความหนึ่งiyที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการแตกจาก intergranular เป็น intragranular เนื่องจาก thermo-elastic mismatch ระหว่าง  $\text{Al}_2\text{O}_3$  และ SiC (Levin, Kaplan, Brandon, and Layyous, 1995) จากงานวิจัยของ Dong พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ SiC เป็น 15 vol% และ 20 vol% จะทำให้ความหนึ่งiyลดลง เนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณ SiC ที่มากเกินทำให้เกิด high tensile residual stress (Dong, Xu, Shi, Zhang, Yang, and Tan, 2009) และงานวิจัยของ Shi พบว่าปริมาณของ SiC มีอิทธิพลโดยตรงต่องานดของกรน ซึ่งความหนึ่งiyที่ลดลงจะเกิดจาก grain-bridging เป็นผลมาจากการที่เล็กลงจากการเติม SiC จะทำให้ค่าความหนึ่งiyเพิ่มขึ้นถึงจนสูงสุดที่ปริมาณ 5 vol% จากนั้นเมื่อใส่ SiC เพิ่มขึ้นมากกว่านี้จะทำให้ความหนึ่งiyลดลง เนื่องมากรนที่เล็กมาก ๆ (Shi et al., 2010)



รูปที่ 4.23 ผล Vicker's hardness ของวัสดุเชิงประภณที่ปริมาณชิลกอนควร์ไปด้วยกัน

จากตารางแสดงที่ 4.5 ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประดิษฐ์จะมีค่าเดียวกันกับวัสดุอะลูминิียมที่ไม่ได้ทำการเสริมแรงโดยพบว่าความแข็งของวัสดุจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิและปริมาณของผงซิลิกอนคาร์บิดเพิ่มขึ้น โดยความแข็งสูงสุดคือ 23.4 จิกะปาสกาล ที่อุณหภูมิ 1750 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณผงซิลิกอนคาร์บิดร้อยละ 15 โดยปริมาตร ดังรูปที่ 4.23 พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกอนคาร์บิดความแข็งจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gustafsson พบว่า ความแข็งจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่น เมื่อเพิ่มปริมาณ SiC เพิ่มขึ้นเป็น 15 vol% ทำให้ ความหนาแน่นสูงและความแข็งก็เพิ่มตามไปด้วย ซึ่งค่าความแข็งจะอยู่ในช่วง 17-18.5 GPa (Gustafsson, Falk, Liden, and Carlstrom, 2008)

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

การศึกษาผลของปริมาณของซิลิกอนคาร์บไบด์สมบัติ และภาวะตัวแปรที่ใช้ในการเผาผนึกของวัสดุเชิงประกลับนี้ ในการทดลองพบว่าสามารถทำให้ชิ้นงานที่ผลิตได้มีสมบัติหลายด้าน ที่ดีขึ้น โดยสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1. เมื่อปริมาณรูป/runaway ในชิ้นงานลดลงวัสดุจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความหนึ่งมวลลดลง เนื่องจากความสามารถในการดูดซับพลังงานจากการอยู่ร้าวลดลง
2. วัสดุที่มีเกรนขนาดเล็ก จะมีความแข็งแรงที่สูงกว่าวัสดุที่มีเกรนขนาดใหญ่ แต่ความหนึ่งของวัสดุที่มีเกรนขนาดเล็กจะมีค่าที่น้อยกว่าวัสดุที่มีเกรนขนาดใหญ่ เนื่องจากเกรนขนาดใหญ่ จะเกิดการหักเหของรอยร้าวมากกว่าเกรนขนาดเล็ก
3. การเติมซิลิกอนคาร์บไบด์ร้อยละ 5 โดยปริมาตรเข้าไปในอะลูมินามีก็อกให้ความแข็งและความหนึ่งของอะลูมินาเพิ่มขึ้น โดยการเผาผนึกที่อุณหภูมิ  $1750^{\circ}\text{C}$  จะมีสมบัติดีที่สุด
4. การเติมซิลิกอนคาร์บไบด์ในอะลูมินานี้หลักมีผลทำให้ความแข็งแรงของอะลูมินามีค่าเพิ่มขึ้น โดยค่าความแข็งแรงที่สูงสุดจะมีปริมาณซิลิกอนคาร์บไบด์ร้อยละ 15 โดยปริมาตรที่อุณหภูมิการเผาผนึกที่  $1750^{\circ}\text{C}$  ส่วนความหนึ่งของอะลูมินามีค่าลดลงตามปริมาณของซิลิกอนคาร์บไบด์ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าความหนึ่งที่สูงสุดจะได้จากตัวอย่างที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ  $1750^{\circ}\text{C}$
5. การเติมปริมาณอิชเทเรียมออกไซด์ร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก ทำให้ลดอุณหภูมิที่ทำการเผาผนึกและยังทำให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
6. การเผาผนึกแบบฟังก์ชันสามารถช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในวัสดุ เชิงประกลับอะลูมินา-ซิลิกอนคาร์บไบด์ได้และทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเผาผนึกแบบทั่วไป

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยและทดลองนี้สามารถปรับปรุงและพัฒนาขึ้นต่อไปได้ดังนี้

1. การทดลองครัวใช้ลูกบดและหม้อบดที่มีองค์ประกอบทางเคมีชนิดเดียวกับสารประกอบที่เราต้องการเพื่อทดสอบปัญหาการเจือปน
2. การปรับปรุงสมบัติครัวมีการทดลองใช้สารเติมแต่งชนิดอื่นเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ ( $MgO$ ) + อิโซเทเรียมออกไซด์ ( $Y_2O_3$ ) เพื่อทำให้วัสดุเชิงประกอบมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
3. การทดลองครัวทำการเผาผนึกโดยใช้แรงดัน เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลให้ดียิ่งขึ้น
4. การเผาผนึกแบบฝังกลบ ซึ่งใช้ถวยอะลูมินาเซ็น 2 ในขณะทำการเผาผนึกจะทำให้ความร้อนเกิดการแพร่เข้าไปถึงชิ้นงานได้ช้า เนื่องจากอะลูมินาเป็นวัสดุที่ทนความร้อนดังนั้นจึงมีการควบคุมอัตราการให้ความร้อนให้เป็นไปอย่างช้า ๆ

## รายการอ้างอิง

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก. (2545). อะลูมินากับการนำไปใช้งานทางเซรามิก [ออนไลน์]. ได้จาก [http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/ct\\_2\\_2545\\_alumina.pdf](http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/ct_2_2545_alumina.pdf).
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. (2549). วัสดุน่ารู้: โพลิเมอร์คอมโพสิต [ออนไลน์]. ได้จาก [http://www.mtec.or.th/index.php?option=com\\_content&task=view&id=79&Itemid=176](http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=176).
- สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ. (2545). ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนคาร์ไบด์ในปัจจุบัน [ออนไลน์]. ได้จาก <http://www.material.chula.ac.th/Radio45/April/radio4-1.htm>.
- สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ. (2547). ซิลิโคนคาร์ไบด์ [ออนไลน์]. ได้จาก <http://www.material.chula.ac.th/RADIO47/April/radio4-2.htm>.
- Accuratus Corporation. (2003). **Aluminum Oxide, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**, [online]. Available: <http://accuratus.com/alumox.html>.
- American Society for Testing and Material (ASTM). (1991). Standard Test Method for Water Absorption, Bulk density, Apparent Porosity, and Specific Gravity for Fire Whiteware Product. **ASTM C373-88**. New York:ASTM.
- American Society for Testing and Material (ASTM). (1996). Standard Test Method for Flexural Strength of Advance Ceramic at Ambient Temperature. **ASTM C1161-90**. New York: ASTM.
- American Society for Testing and Material (ASTM). (1996). Standard Test Method for Vicker Indentation Hardness of Advance Ceramics. **ASTM C1237-96a**. New York:ASTM.
- Anstis, G.P., Chantikul, P., Lawn, B.R., and Marshall, D.B. (1981). A Critical evolution of indentation techniques for measuring fracture toughness:I, direct crack measurement. **Journal of American Ceramic Society**. 64:533-538.
- Anya, C.C., and Robert, S.G. (1997). Pressureless sintering and elastic constant of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> –SiC nanocomposites. **Journal of the European Ceramic Society**. 17:565-573.
- Chen, H.J., Rainforth, W.M., and Lee, W.E. (2000). The wear behavior of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> –SiC ceramic nanocomposites. **Scripta Materialia**. 42:555-560.
- Carroll, L., Sternitzke, M., and Derby, B. (1996). Silicon carbide particle size effect in alumina-base nanocomposite. **Acta Materialia**. 44:4543-4552.

- Deng, Z.Y., Shi, J.L., Zhang, Y.-F., Jian, D.Y., and Guo, J.K. (1998). Pinning effect of SiC particle on mechanical properties. **Journal of the European Ceramic Society**. 18:501- 508.
- Dong, Y.L., Xu, F.M., Shi, X.L., Zhang, Z.J., Yang, J.M., and Tan, Y. (2009). Fabrication and mechanical properties of nano-/micro-size  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$  composite. **Material Science**. 504: 49-54.
- Gao, L., Wang, H.Z., Hong, J.S., Miyamoto, H., Miyamoto, K., Nishikawa, Y., and Torre, S.D.D.L. (1999). Mechanical properties and Microstructure of Nano-SiC- $\text{Al}_2\text{O}_3$  composite densified by spark plasma sintering. **Journal of the European Ceramic Society**. 19:609-613.
- Gustafsson, S., Falk, L.K.L., Liden, E., and Carlstrom, E. (2008). Pressureless sintered  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC nanocomposite. **Ceramic International**. 34:1609-1615.
- Jang, B.K., Kishi, T.M.E., and Oh, H.K. (1995). Effect of second phase on mechanical properties and toughness of  $\text{Al}_2\text{O}_3$  based ceramic composite. **Composite Engineering**. 5:1275-1286.
- Jeong, Y.K., and Niihara, K. (1997). Microstructure and mechanical properties of pressureless sintered  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC nanocomposites. **NanoStructured Materials**. 9:193-196.
- Jianxin, F., Helen, M.C., and Martin, P.H. (1995). Residual stress relaxation behavior in  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC nanocomposite. **Material Science and Engineering**. 195:163-167.
- Jiao, S., Jenkin, M.L., and Davidge, R.W. (1997). Interfacial fracture energy-mechanical behavior relationship in  $\text{Al}_2\text{O}_3$ /SiC and  $\text{Al}_2\text{O}_3$ /TiN nanocomposites. **Acta Materialia**. 45:149-156.
- Jose, L.O.M., and Richard, I.T. (2005). Relationship between wear rate surface pullout and microstructure during abrasive wear of alumina and alumina/SiC nanocomposites. **Acta Materialia**. 53:3345-3357.
- Kim, B.N., Enoki, M.W.M., and Teruo, K. (1998). Simulation of fracture behavior in particle-dispersed ceramic composite. **Engineering Fracture Mechanics**. 59:289-303.
- Ko, Y. M., Kwon, W., and Kim, Y.W. (2004). Development of  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC composite tool for machining application. **Ceramic International**. 30:2081-2086.

- Levin, I., Kaplan, W.D., Brandon, D.G., and Layyous, A.A. (1995). Effect of SiC submicrometer particle size and content of fracture toughness of alumina-SiC nanocomposite. **Journal of the American Ceramic Society**. 78:254-256.
- Niihara, K. (1991). New design concept of structural ceramics-ceramic nanocomposites. **Journal of the Ceramic Society Japan**. 99:947-982.
- Perez, R.J., Pastor, J.Y., Llorca, J., Elices, M., Miranzo, P., and Moya, J.S. (1998). Revisiting the mechanical behavior of alumina/silicon carbide nanocomposite. **Acta Materialia**. 46:5399-5411.
- Shapiro, I.P., Todd, R.I., Titchmarsh, J.M., and Robert, S.G. (2009). Effect of  $\text{Y}_2\text{O}_3$  additives and powder purity on the densification and grainboundary composition of  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$  nanocomposite. **Journal of the European Ceramic Society**. 29:1613-1624.
- Shi, Z.Y., X.L., Xu, F.M., Zhang, Z.J., Dong, Y.L., Tan,Y., Wang, L., and Yang, J.M. (2010). Mechanical properties of hot-pressed  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$  composites. **Material Science and Engineering**. 15:1350-1359.
- Suryanarayana, C. (2001). Mechanical alloying and milling. **Progress in Material Science**. 46:1- 184.
- Wang, H.Z., Guo, L., and Guo, J.K. (1998). Preparation and properties of the intergranular.  $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiC}$  nanocomposites. **NanoStructured Materials**. 10:947-953.
- Wang, H.Z., Guo, L., and Guo, J.K. (2000). The effect of nanoscale SiC particle on the microstructure of  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ceramic. **Ceramic International**. 26:391-396.
- Wu, H.Z., Lawrence, C.W., Robert, S.G., and Derby, B. (1998). The strength of  $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiC}$  nano composites after grinding and annealing. **Acta Materialia**. 46:3839-3848.

### ภาคผนวก ก

XRD แพทเทิร์นของ อะลูมินา คาร์บอน ซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์

ตารางที่ ก.1 แสดง XRD แพทเทิร์นของอะลูมีนา

Pattern:00-010-0173		Radiation = 1.540600	Quality:Indexed				
			2th	i	h	k	l
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			25.584	75	0	1	2
Aluminum Oxide			35.136	90	1	0	4
Corundum, syn			37.785	40	1	1	0
Also called:alumina, alundum, diamonite							
Lattice:Rhombohedral	Mol. Weight = 101.96 Volume [CD] = 254.70		41.685	1	0	0	6
S.G.:R-3c (167)			43.363	100	1	1	3
a = 4.75800	Dx = 3.989 Dm = 4.050		46.184	2	2	0	2
c = 12.99100		z = 6	52.553	45	0	2	4
			57.519	80	1	1	6
			59.769	4	2	1	1
Temperature data collection:Pattern taken at 26 C.			61.166	6	1	2	2
Data collection flag:Ambient			61.345	8	0	1	8
			66.548	30	2	1	4
			68.198	50	3	0	0
			70.359	2	1	2	5
			74.268	4	2	0	8
			76.882	16	1	0	10
			77.229	8	1	1	9
Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, volume 9, page 3 (1960)			80.695	8	2	2	0
Radiation:CuKa1	Filter:Beta d-sp:Not given		83.219	1	3	0	6
Lambda:1.54050			84.378	6	2	2	3
SS/FOM:F30 = 50(0.0188,32)			85.183	2	1	3	1
			86.378	6	3	1	2
			86.464	4	1	2	8
			89.020	8	0	2	10
			90.665	4	0	0	12
			91.204	8	1	3	4

ตารางที่ ก.2 แสดง XRD แพทเทิร์นของคาร์บอน

Pattern:03-065-6212		Radiation = 1.540600	Quality:Calculated				
			2th	i	h	k	l
C			26.543	999	0	0	2
Graphite			42.321	36	1	0	0
			44.518	171	1	0	1
			50.655	30	1	0	2
Lattice:Hexagonal		Mol. Weight = 12.01	54.662	39	0	0	4
S.G.:P63/mmc (194)		Volume [CD] = 35.29	59.852	37	1	0	3
a = 2.46400		Dx = 2.261	71.471	5	1	0	4
c = 6.7110	z = 4	l/lcor = 2.13	77.400	48	1	1	0
			83.527	67	1	1	2
			85.375	6	1	0	5
			87.053	4	0	0	6
Nist M&A collection code:L 51002 ST1378 0			92.435	2	2	0	0
Temperature factor:TF Anisotropic TF given by author			93.974	10	2	0	1
Common name:graphite			98.504	3	2	0	2
Data collection flag:Ambient			101.739	28	1	1	4
			102.076	15	1	0	6
			106.238	6	2	0	3
			117.650	2	2	0	4
			123.488	1	1	0	7
			133.344	1	0	0	8
Trucano, P., Chen, R., Nature (London), volume 258, page 136 (1975)			134.525	3	2	0	5
Calculate from NiST using POWD-12++			136.924	13	1	1	6
Radiation:CuKa1		Filter: Not specified	145.522	3	2	1	0
Lambda:1.5406		d-sp:Calculate spacing	148.287	15	2	1	1
SS/FOM:F24=							
1000(0.0004,24)							

ตารางที่ ก.3 แสดง XRD แพทเทิร์นของซิลิกอน

Pattern:00-027-1402		Radiation = 1.5406	Quality:High				
		2 <sup>th</sup>	i	h	k	l	
Si		28.443	100	1	1	1	
Silicon		47.304	55	2	2	0	
Silicon, syn							
Lattice:Face centered cubic	Mol. Weight = 28.09	56.122	30	3	1	1	
S.G.:Fd-3m (227)	Volume [CD] = 160.18	69.132	6	4	0	0	
a = 5.43088	Dx = 2.329	76.380	11	3	3	1	
		88.029	12	4	2	2	
		94.951	6	5	1	1	
		106.719	3	4	4	0	
		114.092	7	5	3	1	
<b>Temperature of data collection:</b> Patten taken at 25 (1) C.		127.547	8	6	2	0	
<b>Sample source or locality:</b> This sample is NBS Standard Reference Material No. 640.		136.897	3	5	3	3	
<b>General comment:</b> Reflections calculate from precision measurement of $a_0$							
<b>General comment:</b> $a_0$ uncorrected for refraction							
<b>Addition pattern:</b> To replace 00-005-00565 and 00-026- 1481.							
Color:Gray							
Data collection flag:Ambient.							
Natul. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, volume 13,page 35 (1976)							
CAS Number:7440-21-3							
Radiation: CuKa1	Filter:Monochromator						
Lambda:1.54050	crystal						
SS/FOM:F11	= d-sp:Diffractometer						
443(0.0019,13)	Internal standard:W						

ตารางที่ ก.4 แสดง XRD แพทเทิร์นของซิลิกอนคาร์ไบด์

Pattern:00-029-1129		Radiation = 1.540600	Quality:Indexed					
			2 <sup>th</sup>	i	h	k	l	
SiC			35.598	100	1	1	1	
			41.385	20	2	0	0	
Silicon Carbide			59.979	35	2	2	0	
Mossanite-3C, syn			71.779	25	3	1	1	
Lattice : Face-centered cubic		Mol. Weight = 40.01	75.494	5	2	2	2	
S.G.:F-43m(216)		Volume [CD] = 82.82	90.007	5	4	0	0	
a = 4.35890	z = 4	Dx = 3.216	100.776	10	3	3	1	
			104.411	5	4	2	0	
			119.992	5	4	2	2	
			133.400	5	5	1	1	
<b>Color:</b> Greenish yellow								
<b>Sample source or locality:</b> Specimen from PPG Industries, Inc., Submicron SiC—lot no. 373-652								
<b>Addition pattern:</b> To replace 00-001-1119.								
<b>General comments:</b> Described by Regis, A., L., Bull. Geol. Soc. Am., 69 1633 (1958).								
<b>Addition pattern:</b> See ICSD 24217 (PDF 01-073-1708); See ICSD 28895 (PFD 01-075-0254); See ICSD 24171 (PDF 01-073-1665); See ICSD 28389 (PDF 01-074-2307)								
<b>Data collection pattern:</b> Ambient								
Bind, J., Penn State Univ., University Park, USA., ICDD Gant in Aid (1997)								
CAS Number:409-21-2								
Radiation:CuKa1		Filter:Monocromator						
Lambda:1.54178		crystal						
SS/FOM:F10 = 37(0.0270, 10)		d-sp:Not given						

## ภาคผนวก ข

ตารางการคำนวณ ชาร์ทเรโซชที่อัตราส่วนต่างกัน ใช้เวลาการบดผสม 1 ชั่วโมง  
ชาร์ทเรโซชที่อัตราส่วนหมายความ ใช้เวลาต่างกัน<sup>ชั่วโมง</sup>  
และชาร์ทเรโซชที่อัตราหมายความกับเวลาที่หมายความ

ตารางที่ ข.1 แสดงอัตราส่วนผสมที่ใช้ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 เวลาบด 1 ชั่วโมง

ตัวอย่าง	น้ำหนักถูก บด (กรัม)	charge ratio	สารตั้งต้น (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A10-1	15.7000	10:1	1.1001	0.4699	1	อาร์กอน
	15.2068		1.0655	0.4552		
	15.0004		1.0510	0.4490		
	15.2144		1.0660	0.4554		
	15.3793		1.0776	0.4603		
	16.0093		1.1217	0.4792		
	15.8279		1.1090	0.4738		
	15.2737		1.0702	0.4572		
	15.2706		0.5350	0.2285		
A20-1	15.2017	20:1	0.5326	0.2275	1	อาร์กอน
	15.7602		0.5521	0.2359		
	15.8061		0.5537	0.2366		
	15.4917		0.5427	0.2319		
	15.2722		0.5350	0.2286		
	15.2078		0.3552	0.1517		
A30-1	15.6151	30:1	0.3647	0.1558	1	อาร์กอน
	15.9676		0.3729	0.1593		
	16.2888		0.3804	0.1625		
	15.3226		0.3579	0.1529		
	15.4331		0.3605	0.1540		
	15.5982		0.3643	0.1556		
	15.8347		0.3698	0.1580		
	16.0875		0.2818	0.1204		
A40-1	15.6998	40:1	0.2750	0.1175	1	อาร์กอน
	15.0504		0.2636	0.1126		
	15.6995		0.2750	0.1175		
	15.8934		0.2784	0.1189		

ตารางที่ ข.1 แสดงอัตราส่วนพสมที่ใช้ charge ratio 10:1 20:1 30:1 40:1 และ 50:1 เวลาบด 1

ชั่วโมง (ต่อ)

ตัวอย่าง	น้ำหนักถูก บด (กรัม)	charge ratio	สารต้องห้าม (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A40-1	15.4710	40:1	0.2710	0.1158	1	อาร์กอน
	15.2735		0.2675	0.1143		
	15.8306		0.2773	0.1185		
	15.7093		0.2752	0.1176		
	15.6300		0.2738	0.1170		
	16.0589		0.2813	0.1202		
	16.0570		0.2813	0.1202		
A50-1	16.2994	50:1	0.2284	0.0976	1	อาร์กอน
	15.7682		0.2210	0.0944		
	15.501		0.2172	0.0928		
	15.3553		0.2152	0.0919		
	15.4577		0.2166	0.0925		
	16.244		0.2276	0.0972		
	14.9415		0.2094	0.0894		
	15.66		0.2195	0.0937		
	15.9459		0.2235	0.0955		
	15.8522		0.2221	0.0949		
	16.1908		0.2269	0.0969		
	16.388		0.2297	0.0981		
	15.7984		0.2214	0.0946		
	15.5431		0.2178	0.0930		
	14.8477		0.2081	0.0889		

ตารางที่ ข.2 แสดงอัตราส่วนผสมที่ใช้เวลาบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมง ใช้ charge ratio 20:1

ตัวอย่าง	น้ำหนักถุกบด (กรัม)	charge ratio	สารตั้งต้น (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-10	15.2310	20:1	0.5336	0.2280	10	อาร์กอน
	15.4150		0.5400	0.2307		
	15.2100		0.5329	0.2276		
	15.5423		0.5445	0.2326		
	16.1560		0.5660	0.2418		
	16.0583		0.5626	0.2403		
	14.4644		0.5067	0.2165		
	15.5155		0.5436	0.2322		
	14.3766		0.5037	0.2152		
A20-8	15.7554	20:1	0.5520	0.2358	8	อาร์กอน
	15.6546		0.5484	0.2343		
	16.7153		0.5856	0.2502		
	15.1551		0.5309	0.2268		
	14.9874		0.5251	0.2243		
	15.4998		0.5430	0.2320		
	15.3310		0.5371	0.2294		
	15.3212		0.5368	0.2293		
A20-6	15.0152	20:1	0.5260	0.2247	6	อาร์กอน
	15.1132		0.5295	0.2262		
	15.0594		0.5276	0.2254		
	16.1211		0.5648	0.2413		
	15.7877		0.5531	0.2363		
	15.2356		0.5338	0.2280		
	15.2010		0.5325	0.2275		
	15.1011		0.5290	0.2260		
A20-5	16.2323	20:1	0.5687	0.2429	5	อาร์กอน
	14.7955		0.5183	0.2214		

ตารางที่ ข.2 แสดงอัตราส่วนพสมที่ใช้เวลาบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงใช้ charge ratio

20:1 (ต่อ)

ตัวอย่าง	น้ำหนักถูกบด (กรัม)	charge ratio	สารต้องต้น (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-5	14.2370	20:1	0.4988	0.2131	5	อาร์กอน
	15.1130		0.5295	0.2262		
	15.4846		0.5425	0.2317		
	15.6578		0.5486	0.2343		
	16.1765		0.5667	0.2421		
A20-4	16.0153	20:1	0.5611	0.2397	4	อาร์กอน
	15.3113		0.5364	0.2292		
	15.4563		0.5415	0.2313		
	15.0201		0.5262	0.2248		
	14.4604		0.5066	0.2164		
	15.1122		0.5294	0.2262		
	16.0598		0.5626	0.2404		
	15.4468		0.5412	0.2312		
A20-3	15.1139	20:1	0.5295	0.2262	3	อาร์กอน
	14.4458		0.5061	0.2162		
	14.3939		0.5043	0.2154		
	15.7672		0.5524	0.2360		
	14.5561		0.5100	0.2179		
	16.1112		0.5644	0.2411		
	15.8988		0.5570	0.2379		
	15.0189		0.5262	0.2248		
A20-2	15.1717	20:1	0.5315	0.2271	2	อาร์กอน
	15.2112		0.5329	0.2277		
	15.3111		0.5364	0.2292		
	14.9545		0.5239	0.2238		
	16.1255		0.5649	0.2413		

ตารางที่ ข.2 แสดงอัตราส่วนพสมที่ใช้เวลาบด 1 2 3 4 5 6 8 และ 10 ชั่วโมงใช้ charge ratio

20:1 (ต่อ)

ตัวอย่าง	น้ำหนักถูกบด (กรัม)	charge ratio	สารตั้งต้น (กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-2	15.4114	20:1	0.5399	0.2307	2	อาร์กอน
	14.9811		0.5248	0.2242		
	15.3346		0.5372	0.2295		
A20-1	15.6233	20:1	0.5473	0.2338	1	อาร์กอน
	15.5100		0.5434	0.2321		
	14.3337		0.5022	0.2145		
	16.1250		0.5649	0.2413		
	15.7140		0.5505	0.2352		
	15.6300		0.5476	0.2339		
	15.2013		0.5326	0.2275		
	14.6590		0.5136	0.2194		

ตารางที่ ข.3 ตารางของ charge ratio และเวลาที่เหมำะสม

ตัวอย่าง	น้ำหนักถูก บด (กรัม)	charge ratio	สารตึงตื้น(กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-5	16.4528	20:1	0.5764	0.2462	5	อาจก่อน
	15.2286		0.5335	0.2279		
	14.1515		0.4958	0.2118		
	15.2322		0.5336	0.2280		
	15.4705		0.5420	0.2315		
	15.5991		0.5465	0.2335		
	15.2013		0.5326	0.2275		
	15.0156		0.5261	0.2247		
	14.5656		0.5103	0.2180		
	15.4911		0.5427	0.2318		
	15.2344		0.5337	0.2280		
	14.3131		0.5014	0.2142		
	14.9545		0.5239	0.2238		
	15.2211		0.5333	0.2278		
	14.7757		0.5176	0.2211		
	15.5882		0.5461	0.2333		
	15.6653		0.5488	0.2345		
	15.2120		0.5329	0.2277		
	15.3844		0.5390	0.2302		
	15.3022		0.5361	0.2290		
	15.4454		0.5411	0.2312		
	15.1615		0.5312	0.2269		
	14.7887		0.5181	0.2213		
	15.6563		0.5485	0.2343		
	15.0519		0.5273	0.2253		
	16.0014		0.5606	0.2395		
	14.7573		0.5170	0.2209		

ตารางที่ ข.3 ตารางของ charge ratio และเวลาที่เหมาสม (ต่อ)

ตัวอย่าง	น้ำหนักถุกบด (กรัม)	charge ratio	สารตึงตื้น(กรัม)		เวลา (ชั่วโมง)	บรรยายกาศ
			Si	C		
A20-5	14.9811	20:1	0.5248	0.2242	5	อาจรักอน
	15.4255		0.5404	0.2309		
	16.2300		0.5686	0.2429		
	14.7899		0.5181	0.2214		
	14.9866		0.5250	0.2243		
	15.4232		0.5403	0.2308		
	16.0162		0.5611	0.2397		
	15.4965		0.5429	0.2319		
	15.3811		0.5389	0.2302		
	14.9912		0.5252	0.2244		
	15.4545		0.5414	0.2313		
	15.4344		0.5407	0.2310		
	14.4950		0.5078	0.2169		
	15.3737		0.5386	0.2301		
	15.1556		0.5310	0.2268		
	15.1988		0.5325	0.2275		
	16.2101		0.5679	0.2426		
	15.9800		0.5598	0.2392		
	14.9992		0.5255	0.2245		
	15.3313		0.5371	0.2295		
	15.4563		0.5415	0.2313		
	15.4677		0.5419	0.2315		
	15.5525		0.5449	0.2328		
	16.1679		0.5664	0.2420		
	14.3244		0.5018	0.2144		
	15.4590		0.5416	0.2314		
	15.3218		0.5368	0.2293		

ภาคผนวก ๑

มาตรฐานการทดสอบ ASTM



Designation: C 373 - 88 (Reapproved 1994)

## Standard Test Method for Water Absorption, Bulk Density, Apparent Porosity, and Apparent Specific Gravity of Fired Whiteware Products<sup>1</sup>

This standard is issued under the fixed designation C 373; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon ( $\epsilon$ ) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

### 1. Scope

1.1 This test method covers procedures for determining water absorption, bulk density, apparent porosity, and apparent specific gravity of fired unglazed whiteware products.

1.2 *This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.*

### 2. Significance and Use

2.1 Measurement of density, porosity, and specific gravity is a tool for determining the degree of maturation of a ceramic body, or for determining structural properties that may be required for a given application.

### 3. Apparatus and Materials

3.1 *Balance*, of adequate capacity, suitable to weigh accurately to 0.01 g.

3.2 *Oven*, capable of maintaining a temperature of 150 ± 5°C (302 ± 9°F).

3.3 *Wire Loop, Halter, or Basket*, capable of supporting specimens under water for making suspended mass measurements.

3.4 *Container*—A glass beaker or similar container of such size and shape that the sample, when suspended from the balance by the wire loop, specified in 3.3, is completely immersed in water with the sample and the wire loop being completely free of contact with any part of the container.

3.5 *Pan*, in which the specimens may be boiled.

3.6 *Distilled Water*.

### 4. Test Specimens

4.1 At least five representative test specimens shall be selected. The specimens shall be unglazed and shall have as much of the surface freshly fractured as is practical. Sharp edges or corners shall be removed. The specimens shall contain no cracks. The individual test specimens shall weigh at least 50 g.

### 5. Procedure

5.1 Dry the test specimens to constant mass (Note) by

heating in an oven at 150°C (302°F), followed by cooling in a desiccator. Determine the dry mass,  $D$ , to the nearest 0.01 g.

**NOTE**—The drying of the specimens to constant mass and the determination of their masses may be done either before or after the specimens have been impregnated with water. Usually the dry mass is determined before impregnation. However, if the specimens are friable or evidence indicates that particles have broken loose during the impregnation, the specimens shall be dried and weighed after the suspended mass and the saturated mass have been determined, in accordance with 5.3 and 5.4. In this case, the second dry mass shall be used in all appropriate calculations.

5.2 Place the specimens in a pan of distilled water and boil for 5 h, taking care that the specimens are covered with water at all times. Use settee pins or some similar device to separate the specimens from the bottom and sides of the pan and from each other. After the 5-h boil, allow the specimens to soak for an additional 24 h.

5.3 After impregnation of the test specimens, determine to the nearest 0.01 g the mass,  $S$ , of each specimen while suspended in water. Perform the weighing by placing the specimen in a wire loop, halter, or basket that is suspended from one arm of the balance. Before actually weighing, counterbalance the scale with the loop, halter, or basket in place and immerse in water to the same depth as is used when the specimens are in place. If it is desired to determine only the percentage of water absorption, omit the suspended mass operation.

5.4 After the determination of the suspended mass or after impregnation, if the suspended mass is not determined, blot each specimen lightly with a moistened, lint-free linen or cotton cloth to remove all excess water from the surface, and determine the saturated mass,  $M$ , to the nearest 0.01 g. Perform the blotting operation by rolling the specimen lightly on the wet cloth, which shall previously have been saturated with water and then pressed only enough to remove such water as will drip from the cloth. Excessive blotting will introduce error by withdrawing water from the pores of the specimen. Make the weighing immediately after blotting, the whole operation being completed as quickly as possible to minimize errors due to evaporation of water from the specimen.

### 6. Calculation

6.1 In the following calculations, the assumption is made that 1 cm<sup>3</sup> of water weighs 1 g. This is true within about 3 parts in 1000 for water at room temperature.

6.1.1 Calculate the exterior volume,  $V$ , in cubic centimetres, as follows:

$$V = M - S$$

<sup>1</sup>This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee C-21 on Ceramic Whitewares and Related Products and is the direct responsibility of Subcommittee C21.03 on Fundamental Properties.

Current edition approved Sept. 30, 1988. Published November 1988. Originally published as C 373 - 55 T. Last previous edition C 373 - 72 (1982).

 C 373

6.1.2 Calculate the volumes of open pores  $V_{OP}$  and impervious portions  $V_{IP}$  in cubic centimetres as follows:

$$V_{OP} = M - D$$

$$V_{IP} = D - S$$

6.1.3 The apparent porosity,  $P$ , expresses, as a percent, the relationship of the volume of the open pores of the specimen to its exterior volume. Calculate the apparent porosity as follows:

$$P = [(M - D)/V] \times 100$$

6.1.4 The water absorption,  $A$ , expresses as a percent, the relationship of the mass of water absorbed to the mass of the dry specimen. Calculate the water absorption as follows:

$$A = [(M - D)/D] \times 100$$

6.1.5 Calculate the apparent specific gravity,  $T$ , of that portion of the test specimen that is impervious to water, as follows:

$$T = D/(D - S)$$

6.1.6 The bulk density,  $B$ , in grams per cubic centimetre, of a specimen is the quotient of its dry mass divided by the exterior volume, including pores. Calculate the bulk density as follows:

$$B = D/V$$

#### 7. Report

7.1 For each property, report the average of the values obtained with at least five specimens, and also the individual values. Where there are pronounced differences among the individual values, test another lot of five specimens and, in addition to individual values, report the average of all ten determinations.

#### 8. Precision and Bias

8.1 This test method is accurate to  $\pm 0.2\%$  water absorption in interlaboratory testing when the average value recorded by all laboratories is assumed to be the true water absorption. The precision is approximately  $\pm 0.1\%$  water absorption on measurements made by a single experienced operator.

*The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.*

*This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards and should be addressed to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should make your views known to the ASTM Committee on Standards, 1916 Race St., Philadelphia, PA 19103.*



**Designation: C 1161 – 94 (Reapproved 1996)**

## Standard Test Method for Flexural Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature<sup>1</sup>

This standard is issued under the fixed designation C 1161; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (ε) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

### 1. Scope

1.1 This test method covers the determination of flexural strength of advanced ceramic materials at ambient temperature. Four-point-1/4 point and three-point loadings with prescribed spans are the standard. Rectangular specimens of prescribed cross-section sizes are used with specified features in prescribed specimen-fixture combinations.

1.2 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are for information only.

1.3 *This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.*

### 2. Referenced Documents

#### 2.1 ASTM Standards:

E 4 Practices for Force Verification of Testing Machines<sup>2</sup>  
E 337 Test Method for Measured Humidity with a Psychrometer (The Measurement of Wet- and Dry-Bulb Temperatures)<sup>3</sup>

#### 2.2 Military Standard:

MIL-STD-1942 (MR) Flexural Strength of High Performance Ceramics at Ambient Temperature<sup>4</sup>

### 3. Terminology

#### 3.1 Definitions:

3.1.1 *flexural strength*—a measure of the ultimate strength of a specified beam in bending.

3.1.2 *four-point-1/4 point flexure*—configuration of flexural strength testing where a specimen is symmetrically loaded at two locations that are situated one quarter of the overall span, away from the outer two support bearings (see Fig. 1).

3.1.3 *three-point flexure*—configuration of flexural strength testing where a specimen is loaded at a location midway between two support bearings (see Fig. 1).

<sup>1</sup> This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee C-28 on Advanced Ceramics and is the direct responsibility of Subcommittee C28.01 on Properties and Performance.

Current edition approved July 25, 1994. Published February 1995. Originally published as C 1161 – 90. Last previous edition C 1161 – 90.

<sup>2</sup> Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.01.

<sup>3</sup> Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.03.

<sup>4</sup> Available from Standardization Documents, Order Desk, Bldg. 4, Section D, 700 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094.

### 4. Significance and Use

4.1 This test method may be used for material development, quality control, characterization, and design data generation purposes.

4.2 The flexure stress is computed based on simple beam theory with assumptions that the material is isotropic and homogeneous, the moduli of elasticity in tension and compression are identical, and the material is linearly elastic. The average grain size should be no greater than one fiftieth of the beam thickness. The homogeneity and isotropy assumption in the standard rule out the use of this test for continuous fiber-reinforced ceramics.

4.3 Flexural strength of a group of test specimens is influenced by several parameters associated with the test procedure. Such factors include the loading rate, test environment, specimen size, specimen preparation, and test fixtures. Specimen sizes and fixtures were chosen to provide a balance between practical configurations and resulting errors, as discussed in MIL-STD 1942 (MR) and Refs (1) and (2).<sup>5</sup> Specific fixture and specimen configurations were designated in order to permit ready comparison of data without the need for Weibull-size scaling.

4.4 The flexural strength of a ceramic material is dependent on both its inherent resistance to fracture and the presence of defects. Analysis of a fracture surface, fractography, though beyond the scope of this test method, is highly recommended for all purposes, especially for design data as discussed in MIL-STD-1942 (MR) and Refs (2–5).

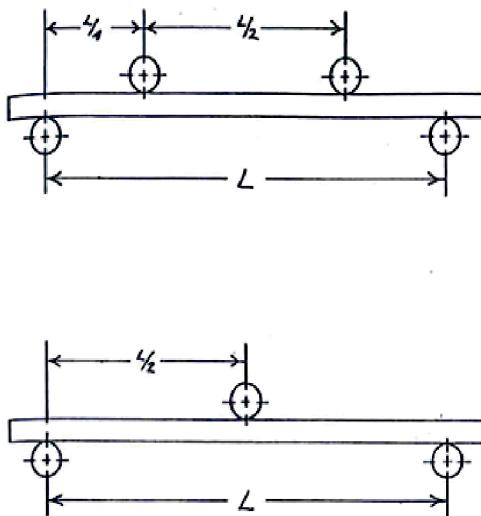
### 5. Interferences

5.1 The effects of time-dependent phenomena, such as stress corrosion or slow crack growth on strength tests conducted at ambient temperature, can be meaningful even for the relatively short times involved during testing. Such influences must be considered if flexure tests are to be used to generate design data.

5.2 Surface preparation of test specimens can introduce machining flaws which may have a pronounced effect on flexural strength. Machining damage imposed during specimen preparation can be either a random interfering factor, or an inherent part of the strength characteristic to be measured. Surface preparation can also lead to residual stresses. Universal or standardized test methods of surface preparation do not exist. It should be understood that final machining steps may or may not negate machining damage

<sup>5</sup> The boldface numbers in parentheses refer to the references at the end of this test method.

 C 1161



Note—Configuration:  
A: L = 20 mm  
B: L = 40 mm  
C: L = 80 mm

FIG. 1 The Four-Point-1/4 Point and Three-Point Fixture Configuration

introduced during the early course or intermediate machining.

#### 6. Apparatus

6.1 *Loading*—Specimens may be loaded in any suitable testing machine provided that uniform rates of direct loading can be maintained. The load-measuring system shall be free of initial lag at the loading rates used and shall be equipped with a means for retaining read-out of the maximum load applied to the specimen. The accuracy of the testing machine shall be in accordance with Practices E 4 but within 0.5 %.

6.2 *Four-Point Flexure*—Four-point-1/4 point fixtures (Fig. 1) shall have support and loading spans as shown in Table 1.

6.3 *Three-Point Flexure*—Three-point fixtures (Fig. 1) shall have a support span as shown in Table 1.

#### 6.4 *Bearings*—Three- and four-point flexure:

6.4.1 Cylindrical bearing edges shall be used for the support of the test specimen and for the application of load. The cylinders shall be made of hardened steel which has a hardness no less than HRC 40 or which has a yield strength no less than 1240 MPa (~180 ksi). Alternatively, the cylinders may be made of a ceramic with an elastic modulus between  $2.0$  and  $4.0 \times 10^5$  MPa ( $30\text{--}60 \times 10^6$  psi) and a flexural strength no less than 275 MPa (~40 ksi). The portions of the test fixture that support the bearings may need to be hardened to prevent permanent deformation. The cylindrical bearing length shall be at least three times the specimen width. The above requirements are intended to ensure that ceramics with strengths up to 1400 MPa (~200 ksi) and elastic moduli as high as  $4.8 \times 10^5$  MPa ( $70 \times 10^6$  psi) can be tested without fixture damage. Higher strength

TABLE 1 Fixture Spans

Configuration	Support Span (L), mm	Loading Span, mm
A	20	10
B	40	20
C	80	40

TABLE 2 Nominal Bearing Diameters

Configuration	Diameter, mm
A	2.0 to 2.5
B	4.5
C	9.0

TABLE 3 Specimen Size

Configuration	Width (b), mm	Depth (d), mm	Length (L <sub>y</sub> ), min., mm
A	2.0	1.5	25
B	4.0	3.0	45
C	8.0	6.0	90

and stiffer ceramic specimens may require harder bearings.

6.4.2 The bearing cylinder diameter shall be approximately 1.5 times the beam depth of the test specimen size employed. See Table 2.

6.4.3 The bearing cylinders shall be carefully positioned such that the spans are accurate within  $\pm 0.10$  mm. The load application bearing for the three-point configurations shall be positioned midway between the support bearing within  $\pm 0.10$  mm. The load application (inner) bearings for the four-point configurations shall be centered with respect to the support (outer) bearings within  $\pm 0.10$  mm.

6.4.4 The bearing cylinders shall be free to rotate in order to relieve frictional constraints (with the exception of the middle-load bearing in three-point flexure which need not rotate). This can be accomplished by mounting the cylinders in needle bearing assemblies, or more simply by mounting the cylinders as shown in Figs. 2 and 3. Note that the outer-support bearings roll outward and the inner-loading bearings roll inward.

6.5 *Semiarticulating-Four-Point Fixture*—Specimens prepared in accordance with the parallelism requirements of 7.1 may be tested in a semiarticulating fixture as illustrated in Fig. 2. The bearing cylinders themselves must be parallel to each other to within 0.015 mm (over their length).

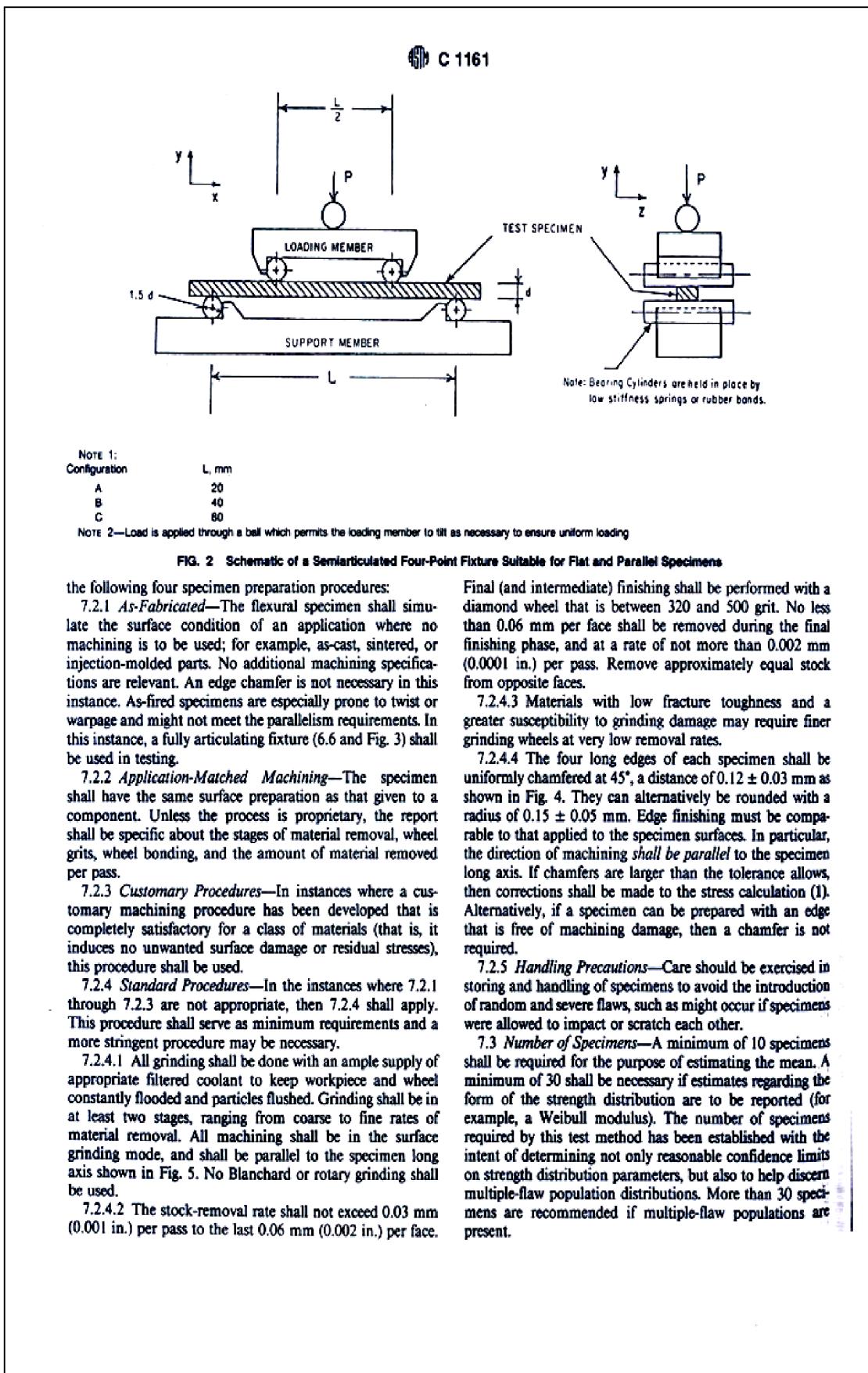
6.6 *Fully Articulating-Four-Point Fixture*—Specimens that are as-fired, heat treated, or oxidized often have slight twists or unevenness. Specimens which do not meet the parallelism requirements of 7.1 shall be tested in a fully articulating fixture as illustrated in Fig. 3.

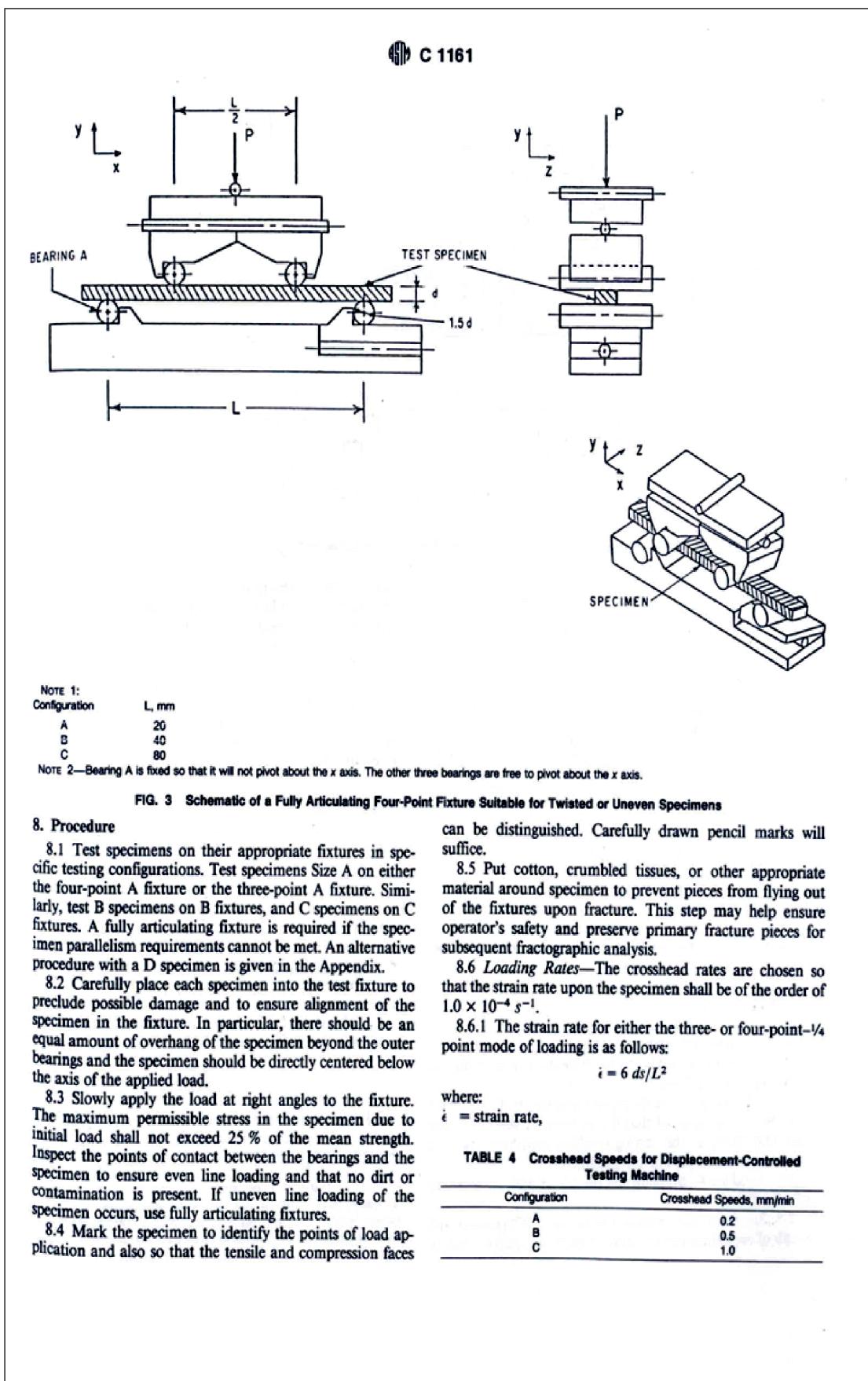
6.7 The fixture shall be stiffer than the specimen, so that most of the crosshead travel is imposed onto the specimen.

#### 7. Specimen

7.1 *Specimen Size*—Dimensions are given in Table 3 and shown in Fig. 4. Cross-sectional dimensional tolerances are  $\pm 0.13$  mm for B and C specimens, and  $\pm 0.05$  mm for A. The parallelism tolerances on the four longitudinal faces are 0.015 mm for A and B and 0.03 mm for C. The two end faces need not be precision machined.

7.2 *Specimen Preparation*—Depending upon the intended application of the flexural strength data, use one of





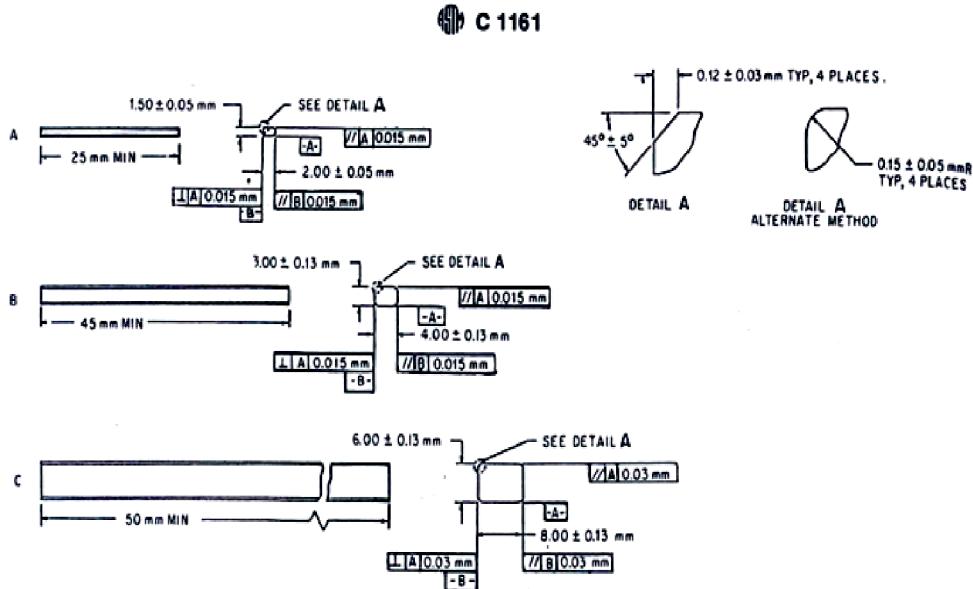


FIG. 4 The Standard Test Specimens

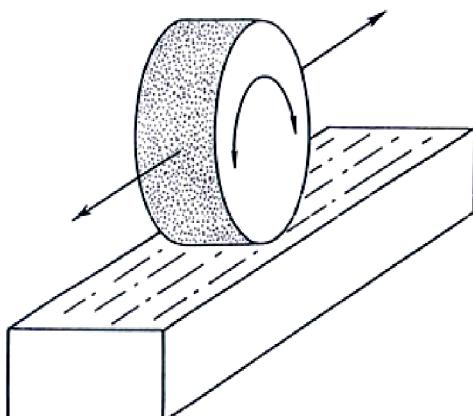


FIG. 5 Surface Grinding Parallel to the Specimen Longitudinal Axis

*d* = specimen thickness,  
*s* = crosshead speed, and  
*L* = outer (support) span.

8.6.2 Crosshead speeds for the different testing configurations are given in Table 4.

8.6.3 Times to failure for typical ceramics will range from 3 to 30 s. It is assumed that the fixtures are relatively rigid and that most of the testing-machine crosshead travel is imposed as strain on the test specimen.

8.7 Breakload—Measure the breakload with an accuracy of  $\pm 0.5\%$ .

8.8 Specimen Dimension—Determine the thickness and width of each specimen to within 0.0025 mm (0.0001 in.). In

order to avoid damage in the critical area, it is recommended that measurement be made after the specimen has broken at a point near the fracture origin. It is highly recommended to retain and preserve all primary fracture fragments for fractographic analysis.

8.9 Determine the relative humidity in accordance with Test Method E 337.

8.10 The occasional use of a strain-gaged specimen is recommended to verify that there is negligible error in stress, in accordance with 11.2.

#### 9. Calculation

9.1 The standard formula for the strength of a beam in four-point- $\frac{1}{4}$  point flexure is as follows:

$$S = \frac{3PL}{4bd^2} \quad (1)$$

where:

*P* = breakload,  
*L* = outer (support) span,  
*b* = specimen width, and  
*d* = specimen thickness.

9.2 The standard formula for the strength of a beam in three-point flexure is as follows:

$$S = \frac{3PL}{2bd^2} \quad (2)$$

9.3 Equations 1 and 2 shall be used for the reporting of results and are the common equations used for the flexure strength of a specimen.

NOTE 1—It should be recognized however, that Eqs 1 and 2 do not necessarily give the stress that was acting directly upon the flaw that caused failure. (In some instances, for example, for fracture mirror or fracture toughness calculations, the fracture stress must be corrected for subsurface origins and breaks outside the gage length.)

## C 1161

**NOTE 2—**The conversion between pounds per square inch (psi) and megapascals (MPa) is included for convenience (145.04 psi = 1 MPa; therefore, 100 000 psi = 100 ksi = 689.5 MPa).

### 10. Report

10.1 Test reports shall include the following:

10.1.1 Test configuration and specimen size used.

10.1.2 The number of specimens (*n*) used.

10.1.3 All relevant material data including vintage data or billet identification data. (Did all specimens come from one billet?) As a minimum, the date the material was manufactured shall be reported.

10.1.4 Exact method of specimen preparation, including all stages of machining.

10.1.5 Heat treatments or exposures, if any.

10.1.6 Test environment including humidity (Test Method E 337) and temperature.

10.1.7 Strain rate or crosshead rate.

10.1.8 Report the strength of every specimen in megapascals (pounds per square inch) to three significant figures.

10.1.9 Mean ( $\bar{S}$ ) and standard deviation ( $SD$ ) where:

$$\bar{S} = \frac{\sum S}{n} \quad (3)$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (S - \bar{S})^2}{(n - 1)}} \quad (4)$$

10.1.10 Report of any deviations and alterations from the procedures described in this test method.

### 11. Precision and Bias

11.1 The flexure strength of a ceramic is not a deterministic quantity, but will vary from one specimen to another. There will be an inherent statistical scatter in the results for finite sample sizes (for example, 30 specimens). Weibull statistics can model this variability as discussed in Refs (1) and (6–10). This test method has been devised so that the precision is very high and the bias very low compared to the inherent variability of strength of the material.

#### 11.2 Experimental Errors:

11.2.1 The experimental errors in the flexure test have been thoroughly analyzed and documented in Ref (1). The specifications and tolerances in this test method have been chosen such that the individual errors are typically less than 0.5 % each and the total error is probably less than 3 % for

four-point configurations B and C. (A conservative upper limit is of the order of 5 %.) This is the maximum possible error in stress for an individual specimen.

11.2.2 The error due to cross-section reduction associated with chamfering the edges can be of the order of 1 % for configuration B and less for configuration C in either three or four-point loadings, as discussed in Ref (1). The chamfer sizes in this test method have been reduced relative to those allowed in MIL-STD-1942 (MR). Chamfers larger than specified in this test method shall require a correction to stress calculations as discussed in Ref (1).

11.2.3 Configuration A is somewhat more prone to error which is probably greater than 5 % in four-point loading. Chamfer error due to reduction of cross-section areas is 4.1 %. For this reason, this configuration is not recommended for design purposes, but only for characterization and materials development.

11.3 An intralaboratory comparison of strength values of a high purity (99.9 %) sintered alumina was held (7). Three different individuals with three different universal testing machines on three different days compared the strength of lots of 30 specimens from a common batch of material. Three different fixtures, but of a common design, were used. The mean strengths varied by a maximum of 2.4 % and the Weibull moduli by a maximum of 27 % (average of 11.4). Both variations are well within the inherent scatter predicted for sample sizes of 30 as shown in Refs (1), (7), and (9).

11.4 An interlaboratory comparison of strength of the same alumina as cited in 11.3 was made between two laboratories. A 1.3 % difference in the mean and an 18 % difference in Weibull modulus was observed, both of which are well within the inherent variability of the material.

11.5 An interlaboratory comparison of strength of a different alumina and of a silicon nitride was made between seven international laboratories. Reference (7) is a comprehensive report on this study which tested over 2000 specimens. Experimental results for strength variability on B specimens, in both three- and four-point testing, were generally consistent with analytical predictions of Ref (9). For a material with a Weibull modulus of 10, estimates of the mean (or characteristic strength) for samples of 30 specimens will have a coefficient of variance of 2.2 %. The coefficient of variance for estimates of the Weibull modulus is 18 %.

### 12. Keywords

12.1 advanced ceramics; flexural strength; four-point flexure; three-point flexure

**C 1161****APPENDIX****(Nonmandatory Information)****X1. ALTERNATIVE PROCEDURE**

X1.1 An alternative procedure is given in the following paragraphs. This alternate procedure may be used when the procedures in the main text are not suitable.

X1.2 *Fixture Spans*—A support span of 38.10 mm (1.5 in.) shall be used for three- or four-point loading, and a loading span of 19.05 mm (0.75 in.) shall be used for the four-point loading.

X1.3 *Bearing Diameter*—A bearing diameter of 4.5 to 5.0 mm diameter shall be used.

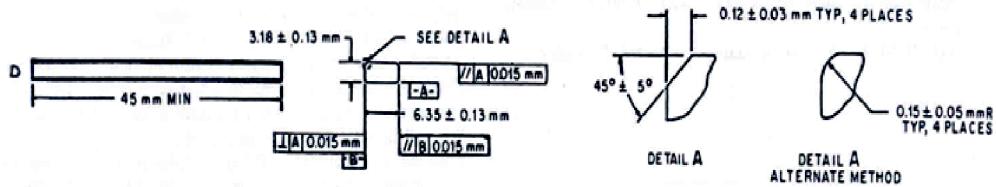
X1.4 *Specimen Size*—The specimen size D shall be as given in Fig. X1.1. The width is 6.35 mm (0.25 in.); the

thickness, 3.18 mm (0.125 in.) and the length greater than 45 mm (1.8 in.).

X1.5 *Crosshead Speed*—Crosshead speed shall be 0.5 mm/min (0.02 in./min).

X1.6 All other testing procedures and tolerances are as specified in the main text for the B configuration.

X1.7 *Precision and Bias*—Data on precision and bias obtained during an interlaboratory round robin study of the flexure strength of a sintered silicon nitride will be published soon. This study was conducted as a subtask of a larger International Energy Agency (IEA) round robin effect (11).



**FIG. X1.1 The Alternative 'D' Test Specimen**

**REFERENCES**

- (1) Baratta, F. I., Quinn, G. D., and Matthews, W. T., "Errors Associated With Flexure Testing of Brittle Materials," U.S. Army MTL TR 87-35, July 1987.
- (2) Quinn, G. D., Baratta, F. I., and Conway, J. A., "Commentary on U.S. Army Standard Test Method for Flexural Strength of High Performance Ceramics at Ambient Temperature," U.S. Army AMMRC 85-21, August 1985.
- (3) Hoagland, R., Marshall, C., and Duckworth, W., "Reduction of Errors in Ceramic Bend Tests," *Journal of the American Ceramic Society*, Vol 59, No. 5-6, May-June, 1976, pp. 189-192.
- (4) Quinn, G. D., and Baratta, F. I., "Flexure Data, Can It Be Used For Ceramics Part Design?" *Advanced Materials and Processes*, December 1985, pp. 31-35.
- (5) Quinn, G. D., "Properties Testing and Materials Evaluation," *Ceramic Engineering and Science Proceedings*, Vol 5, May-June 1984, pp. 298-311.
- (6) Quinn, G. D., "Fractographic Analysis and the Army Flexure Test Method," *Fractography of Glass and Ceramics*, Vol 22 of *Advances in Ceramics*, American Ceramic Society, 1988, pp. 314-334.
- (7) Quinn, G. D., "Flexure Strength of Advanced Ceramics—A Round Robin Exercise," U.S. Army MTL TR 89-62, July 1989.
- (8) Davies, D. G. S., "The Statistical Approach to Engineering Design in Ceramics," *Proceedings of the British Ceramic Society*, Vol 22, 1979, pp. 429-452.
- (9) Ritter, J. Jr., Bandyopadhyay, N., and Jakus, K., "Statistical Reproducibility of the Dynamic and Static Fatigue Experiments," *Ceramic Bulletin*, Vol 60, No. 8, 1981, pp. 798-806.
- (10) Weibull, W., "Statistical Distribution Function of Wide Applicability," *Journal of Applied Mechanics*, Vol 18, 1951, p. 293.
- (11) Tennery, V., "International Energy Agency Annex II," *Ceramic Technology Newsletter*, Number 23, April-June 1989.

*The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.*

*This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards and should be addressed to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should make your views known to the ASTM Committee on Standards, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.*



Designation: C 1327 - 96a

## Standard Test Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced Ceramics<sup>1</sup>

This standard is issued under the fixed designation C 1327; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon ( $\epsilon$ ) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

### 1. Scope

1.1 This test method covers the determination of the Vickers indentation hardness of advanced ceramics.

1.2 *This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.*

### 2. Referenced Documents

#### 2.1 ASTM Standards:

E 4 Practices for Force Verification of Testing Machines<sup>2</sup>  
E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods<sup>3</sup>

E 380 Practice for Use of the International System of Units (SI) (the Modernized Metric System)<sup>3</sup>

E 384 Test Method for Microhardness of Materials<sup>2</sup>

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method<sup>3</sup>

#### 2.2 European Standard:

CEN ENV 843-4 Advanced Technical Ceramics, Monolithic Ceramics, Mechanical Properties at Room Temperature, Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell Superficial Hardness<sup>4</sup>

#### 2.3 Japanese Standard:

JIS R 1610 Testing Method for Vickers Hardness of High Performance Ceramics<sup>5</sup>

#### 2.4 ISO Standard:

ISO 6507/2 Metallic Materials—Hardness test—Vickers test—Part 2: HV0.2 to less than HV<sup>6</sup>

### 3. Terminology

#### 3.1 Definition:

3.1.1 *Vickers hardness number (HV), n*—the number obtained by dividing the applied load in kilograms-force by the surface area of the indentation in square millimetres computed from the mean of the measured diagonals of the indentation. It is assumed that the indentation is an imprint of the undeformed indenter.

### 4. Summary of Test Method

4.1 This test method describes an indentation hardness test using a calibrated machine to force a pointed, square base, pyramidal diamond indenter having specified face angles, under a predetermined load, into the surface of the material under test and to measure the surface-projected diagonals of the resulting impression after removal of the load.

NOTE 1—A general description of the Vickers indentation hardness test is given in Test Method E 384. The present method is very similar, has most of the same requirements, and differs only in areas required by the special nature of advanced ceramics. This test method also has many elements in common with standards ENV 843-4 and JIS R 1610, which are also for advanced ceramics.

### 5. Significance and Use

5.1 For advanced ceramics, Vickers indenters are used to create indentations whose surface-projected diagonals are measured with optical microscopes. The Vickers indenter creates a square impression from which two surface-projected diagonal lengths are measured. Vickers hardness is calculated from the ratio of the applied load to the area of contact of the four faces of the undeformed indenter. (In contrast, Knoop indenters are also used to measure hardness, but Knoop hardness is calculated from the ratio of the applied load to the projected area on the specimen surface.)

5.2 Vickers indentation hardness is one of many properties that is used to characterize advanced ceramics. Attempts have been made to relate Vickers indentation hardness to other hardness scales, but no generally accepted methods are available. Such conversions are limited in scope and should be used with caution, except for special cases where a reliable basis for the conversion has been obtained by comparison tests.

5.3 Vickers indentation diagonal lengths are approximately 2.8 times shorter than the long diagonal of Knoop indentations, and the indentation depth is approximately 1.5 times deeper than Knoop indentations made at the same load.

5.4 Vickers indentations are influenced less by specimen surface flatness, parallelism, and surface finish than Knoop indentations, but these parameters must be considered nonetheless.

5.5 Vickers indentations are much more likely to cause cracks in advanced ceramics than Knoop indentations. The cracks may influence the measured hardness by fundamentally altering the deformation processes that contribute to the formation of an impression, and they may impair or preclude measurement of the diagonal lengths due to excessive damage at the indentation tips or sides.

5.6 A full hardness characterization includes measure-

<sup>1</sup> This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee C28 on Advanced Ceramics and is the direct responsibility of Subcommittee C28.01 on Properties and Performance.

Current edition approved Dec. 10, 1996. Published February 1997. Originally published as C 1327 - 96. Last previous edition C 1327 - 96.

<sup>2</sup> Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.01.

<sup>3</sup> Annual Book of ASTM Standards, Vol 14.02.

<sup>4</sup> Available from European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.

<sup>5</sup> Available from Japanese Standards Association, Tokyo, Japan.

<sup>6</sup> Available from International Standards Organization, Geneva, Switzerland.

C 1327

ments over a broad range of indentation loads. A comprehensive characterization of this type is recommended but is beyond the scope of this test method, which measures hardness at a single, designated load.

#### 6. Interferences

6.1 Cracking from the indentation tips can interfere with determination of tip location and thus the diagonal length measurements.

6.2 Cracking or spalling around the Vickers impression may occur and alter the shape and clarity of the indentation, especially for coarse-grained ceramics whereby grains may cleave and dislodge. The cracking may occur in a time-dependent manner (minutes or hours) after the impression is made.

6.3 Porosity (either on or just below the surface) may interfere with measuring Vickers hardness, especially if the indentation falls directly onto a large pore or if the indentation tip falls in a pore.

6.4 At higher magnifications in the optical microscope, it may be difficult to obtain a sharp contrast between the indentation tip and the polished surface of some advanced ceramics. This may be overcome by careful adjustment of the lighting as discussed in Test Method E 384.

#### 7. Apparatus

##### 7.1 Testing Machines:

7.1.1 There are two general types of machines available for making this test. One type is a self-contained unit built for this purpose, and the other type is an accessory available to existing microscopes. Usually, this second type is fitted on an inverted-stage microscope. Descriptions of the various machines are available (1-3).<sup>7</sup>

7.1.2 Design of the machine should be such that the loading rate, dwell time, and applied load can be set within the limits set forth in 10.5. It is an advantage to eliminate the human element whenever possible by appropriate machine design. The machine should be designed so that vibrations induced at the beginning of a test will be damped out by the time the indenter touches the sample.

7.1.3 The calibration of the balance beam should be checked monthly or as needed. Indentations in standard reference materials may also be used to check calibration when needed.

##### 7.2 Indenter:

7.2.1 The indenter shall meet the specifications for Vickers indenters. See Test Method E 384. The four edges formed by the four faces of the indenter shall be sharp. Chamfered edges (as in Ref (4)) are not permitted. The tip offset shall not be more than 0.5 µm in length.

7.2.2 Figure 1 shows the indenter. The depth of the indentation is  $\frac{1}{2}$  the length of the diagonal. The indenter has an angle between opposite faces of 136° 0 min ( $\pm 30$  min).

7.2.3 The diamond should be examined periodically; and if it is loose in the mounting material, chipped, or cracked, it shall be replaced.

<sup>7</sup>The boldface numbers in parentheses refer to the list of references at the end of this test method.

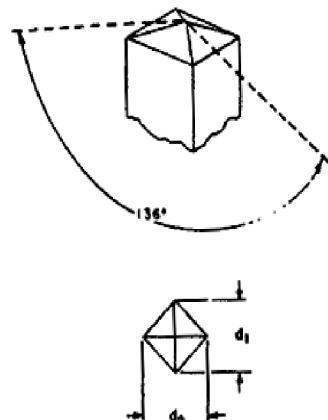


FIG. 1 Vickers Indenter

**NOTE 2**—This requirement is from Test Method E 384 and is especially pertinent to Vickers indenters used for advanced ceramics. Vickers indenters are often used at high loads in advanced ceramics in order to create cracks. Such usage can lead to indenter damage. The diamond indenter can be examined with a scanning electron microscope, or indents can be made into soft copper to help determine if a chip or crack is present.

#### 7.3 Measuring Microscope:

7.3.1 The measurement system shall be constructed so that the length of the diagonals can be determined with errors not exceeding  $\pm 0.0005$  mm.

**NOTE 3**—Stage micrometers with uncertainties less than this should be used to establish calibration constants for the microscope. See Test Method E 384. Ordinary stage micrometers, which are intended for determining the approximate magnification of photographs, may be too coarsely ruled or may not have the required accuracy and precision.

7.3.2 The numerical aperture (NA) of the objective lens shall be between 0.65 and 0.90.

**NOTE 4**—The apparent length of a Vickers indentation will increase as the resolving power and NA of a lens increases. The variation is much less than that observed in Knoop indentations, however (2, 5, 6). The range of NA specified by this test method corresponds to 40 to 100× objective lenses. The higher power lenses may have higher resolution, but the contrast between the indentation tips and the polished surface may be less.

7.3.3 A filter may be used to provide monochromatic illumination. Green filters have proved to be useful.

#### 8. Preparation of Apparatus

8.1 *Verification of Load*—Most of the machines available for Vickers hardness testing use a loaded beam. This beam shall be tested for zero load. An indentation should not be visible with zero load, but the indenter should contact the sample. Methods of verifying the load application are given in Practices E 4.

8.2 *Separate Verification of Load, Indenter, and Measuring Microscope*—Procedures in Test Method E 384, Section 14, may be followed.

8.3 *Verification by Standard Reference Materials*—Standard reference blocks, SRM No. 2831, of tungsten carbide that are available from the National Institute of Standards

 C 1327

and Technology<sup>8</sup> can be used to verify that an apparatus produces a Vickers hardness within  $\pm 5\%$  of the certified value.

### 9. Test Specimens

9.1 The Vickers indentation hardness test is adaptable to a wide variety of advanced ceramic specimens. In general, the accuracy of the test will depend on the smoothness of the surface and, whenever possible, ground and polished specimens should be used. The back of the specimen shall be fixed so that the specimen cannot rock or shift during the test.

9.1.1 *Thickness*—As long as the specimen is over ten times as thick as the indentation depth, the test will not be affected. In general, if specimens are at least 0.50 mm thick, the hardness will not be affected by variations in the thickness.

9.1.2 *Surface Finish*—Specimens should have a ground and polished surface. The roughness should be less than 0.1  $\mu\text{m}$  rms. However, if one is investigating a surface coating or treatment, one cannot grind and polish the specimen.

**NOTE 5**—This requirement is necessary to ensure that the surface is flat and that the indentation is sharp. Residual stresses from polishing are of less concern for most advanced ceramics than for glasses or metals. References (7) and (8) report that surfaces prepared with 1  $\mu\text{m}$  or finer diamond abrasive had no effect on measured ceramic hardness. Hardness was only affected when the surface finish had an optically resolvable amount of abrasive damage (7). (Extra caution may be appropriate during polishing of transformation toughening ceramics, such as some zirconias, since the effect upon hardness is not known.)

### 10. Procedure

10.1 *Specimen Placement*—Place the specimen on the stage of the machine so that the specimen will not rock or shift during the measurement. The specimen surface shall be clean and free of any grease or film.

#### 10.2 Specimen Leveling:

10.2.1 The surface of the specimen being tested shall lie in a plane normal to the axis of the indenter. The angle of the indenter and specimen surface should be within 2° perpendicular.

**NOTE 6**—Greater amounts of tilting produce nonuniform indentations and invalid test results. A 2° tilt will cause an asymmetrical indentation which is just noticeable, and will cause a 1% error in hardness (9).

10.2.2 If one leg of a diagonal is noticeably longer than the other leg of the same diagonal, resulting in a deformed indentation, misalignment is probably present and should be corrected before proceeding with any measurements. See Test Method E 384.

10.2.3 Leveling the specimen is facilitated if one has a leveling device.<sup>9</sup>

10.3 *Magnitude of Test Load*—A test load of 9.81 N (1 kgf) is specified. If another load is used because of a special

requirement, or due to cracking problems at 9.81 N, then the reporting procedure of 12.6 shall be used.

10.4 *Clean the Indenter*—The indenter shall be cleaned prior to and during a test series. A cotton swab with ethanol, methanol, or isopropanol may be used. Indenting into soft copper also may help remove debris.

**NOTE 7**—Ceramic powders or fragments from the ceramic test piece can adhere to the diamond indenter.

#### 10.5 Application of Test Load:

10.5.1 Start the machine smoothly. The rate of indenter motion prior to contact with the specimen shall be 0.015 to 0.070 mm/s. If the machine is loaded by an electrical system or a dash-pot lever system, it should be mounted on shock absorbers which damp out all vibrations by the time the indenter touches the specimen.

**NOTE 8**—This rate of loading is consistent with Test Method E 384.

10.5.2 The time of application of the full test load shall be 15 s ( $\pm 2$ ) unless otherwise specified. After the indenter has been in contact with the specimen from this required dwell time, raise it carefully off the specimen to avoid a vibration impact.

10.5.3 The operator shall not bump or inadvertently contact the test machine or associated support (for example, the table) during the period of indenter contact with the specimen.

10.6 *Spacing of Indentations*—Allow a distance of at least four diagonal lengths between the centers of the indentations as illustrated in Fig. 2. If there is cracking from the indentations, the spacing shall be increased to at least five times the length of the cracks, as shown in Fig. 2.

#### 10.7 Acceptability of Indentations:

10.7.1 If there is excessive cracking from the indentation tips and sides, or the indentation is asymmetric, the indent shall be rejected for measurement. Figure 3 provides guid-

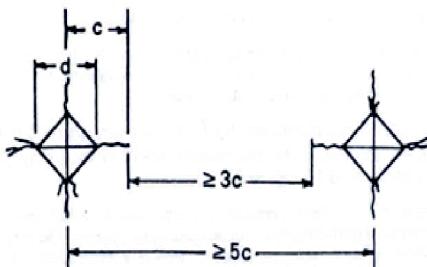
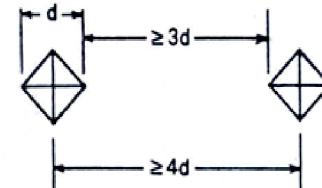
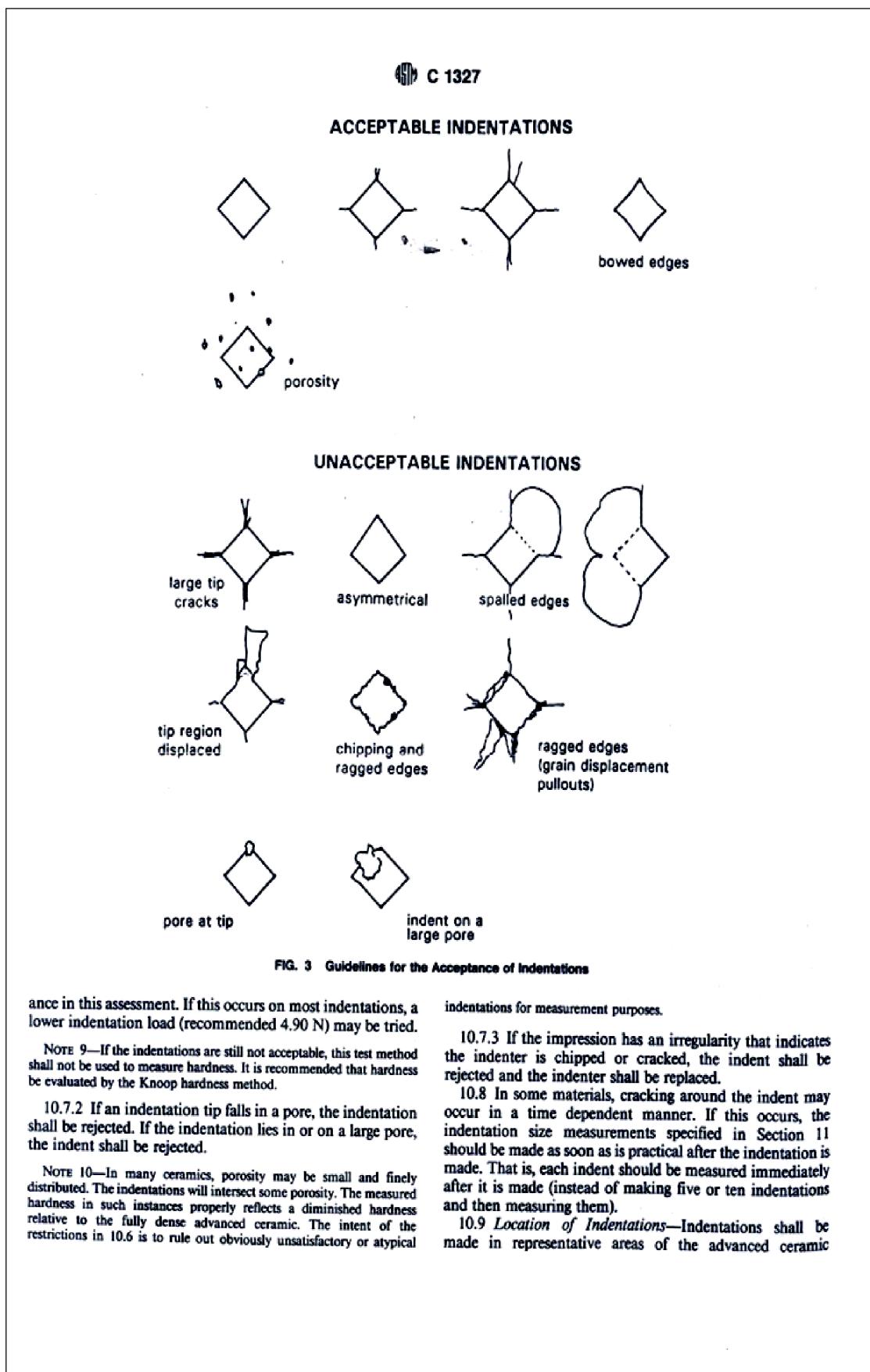


FIG. 2 Closest Permitted Spacing for Vickers Indentations

<sup>8</sup> National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Materials Program, Gaithersburg, MD 20899.

<sup>9</sup> The sole source of supply of the apparatus known to the committee at this time is the Tukon Tester leveling device, available from the Wilson Division of Instron Corp. If you are aware of alternative suppliers, please provide this information to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible technical committee, which you may attend.



ance in this assessment. If this occurs on most indentations, a lower indentation load (recommended 4.90 N) may be tried.

**NOTE 9**—If the indentations are still not acceptable, this test method shall not be used to measure hardness. It is recommended that hardness be evaluated by the Knoop hardness method.

**10.7.2** If an indentation tip falls in a pore, the indentation shall be rejected. If the indentation lies in or on a large pore, the indent shall be rejected.

**NOTE 10**—In many ceramics, porosity may be small and finely distributed. The indentations will intersect some porosity. The measured hardness in such instances properly reflects a diminished hardness relative to the fully dense advanced ceramic. The intent of the restrictions in 10.6 is to rule out obviously unsatisfactory or atypical

indentations for measurement purposes.

**10.7.3** If the impression has an irregularity that indicates the indenter is chipped or cracked, the indent shall be rejected and the indenter shall be replaced.

**10.8** In some materials, cracking around the indent may occur in a time dependent manner. If this occurs, the indentation size measurements specified in Section 11 should be made as soon as is practical after the indentation is made. That is, each indent should be measured immediately after it is made (instead of making five or ten indentations and then measuring them).

**10.9 Location of Indentations**—Indentations shall be made in representative areas of the advanced ceramic

## C 1327

microstructure. They shall not be restricted to high density regions if such regions exist.

**10.10 Number of Indentations**—For homogeneous and fully dense advanced ceramics, at least five and preferably ten acceptable indentations shall be made. If the ceramic is multiphase, not homogeneous, or not fully dense, ten acceptable indentations shall be made.

### 11. Measurement of Indentation

**11.1** The accuracy of the test method depends to a very large extent on this measurement, as follows:

**11.1.1** If the measuring system contains a light source, take care to use the system only after it has reached equilibrium temperature. This is because the magnification of a microscope depends on the tube length.

**11.1.2** Calibrate the measuring system carefully with an accurate and precision stage micrometer or with an optical grating.

**11.1.3** Adjust the illumination and focusing conditions carefully as specified in Test Method E 384 to obtain the optimum view and clarity of the impression. Proper focus and illumination are critical for accurate and precise readings. Both indentation tips shall be in focus at the same time. Do not change the focus once the measurement of the diagonal length has begun.

**NOTE 11**—The lighting intensity and the settings of the field and aperture diaphragms can have a noticeable effect upon the apparent location of the tips in Vickers indentations. Consult the manufacturer's guidelines for optimum procedures. Additional information is presented in Test Method E 384. In general, the field diaphragm can be closed so that it barely enters or just disappears from the field of view. The aperture diaphragm can be closed in order to reduce glare and sharpen the image, but it should not be closed so much as to cause diffraction that distorts the edges of the indentation.

**NOTE 12**—Uplift and curvature of the sides of the impressions may be substantial in impressions in advanced ceramics, which may cause the sides of the impression to be slightly out of focus. The tips of the impression shall be focused on for measurement of the indentation diagonals. It may be helpful to focus on a small microstructural feature on the flat specimen surface just beyond the indentation tips.

**11.1.4** If either a measuring microscope or a filar micrometer eyepiece is used, always rotate the drum in the same direction to eliminate backlash errors.

**11.1.5** Follow the manufacturer's guidelines for the use of crosshairs or graduated lines. To eliminate the influence of the thickness of the line, always use the same edge of the crosshair or graduation line. **CAUTION**—Serious systematic errors can occur due to improper crosshair usage. Procedures vary considerably between different equipment. In nearly all instances, the crosshairs should not be placed entirely over or fully cover the indentation tip as shown in Fig. 4a. The indentation tip should be just visible in the fringe of light on the side of the crosshair or graduated line as shown in Fig. 4b or 4c. In some measuring systems with twin crosshairs, the measurement is made with the inside edge of the two lines as shown in Fig. 4b. In other measuring systems, particularly those with a single moveable crosshair, the measurement is made with the same side of the crosshair as shown in Fig. 4c.

**11.1.6** Read the two diagonals of the indent to within 0.00025 mm and determine the average of the diagonal lengths.

**11.1.7** Use the same filters in the light system at all times. Usually a green filter is used.

**11.1.8** For transparent or translucent ceramics, where contrast is poor, the specimen may be coated (for example, a gold/palladium coating) to improve the measurability of the indents (4). Such coatings shall be less than 50 nm thick and shall be applied after the indentations have been made. Never indent into coatings made to enhance visibility.

### 12. Calculation

**12.1** Vickers hardness may be calculated and reported either in units of GPa (12.2) or as Vickers hardness number (12.3).

**12.2** The Vickers hardness with units of GPa is computed as follows:

$$HV = 0.0018544 (P/d^2) \quad (1)$$

where:

$P$  = load, N, and

$d$  = average length of the two diagonals of the indentation, mm.

**NOTE 13**—This computation and set of units are in accordance with the recommendations of Practice E 380.

**12.3** The Vickers hardness number is computed as follows:

$$HV = 1.8544 (P/d^2) \quad (2)$$

where:

$P$  = load, kgf, and

$d$  = average length of the two diagonals of the indentation, mm.

**NOTE 14**—This computation is consistent with Test Method E 384.

Alternately, the Vickers hardness number also may be computed as follows:

$$HV = (0.102)(1.8544)(P/d^2) \quad (3)$$

where:

$P$  = load, N, and

$d$  = average length of the two diagonals of the indentation, mm.

**NOTE 15**—This computation is consistent with ISO 6507/2, ENV 843-4, and JIS R 1610.

**NOTE 16**—Equations 2 and 3 compute the Vickers hardness number, which is a dimensionless number; for example,  $HV = 1500$ .  $HV$  formerly had been assigned units of kgf/mm<sup>2</sup>. Equations 2 and 3 produce the same Vickers hardness number.

**NOTE 17**—The factor 0.102 in Eq 3 becomes necessary through the introduction of the SI unit newton for the test force instead of kilogram-force to avoid changing the value of the Vickers hardness number from its traditional units.

**12.4** The mean hardness,  $\bar{HV}$ , is:

$$\bar{HV} = \frac{\sum HV_n}{n} \quad (4)$$

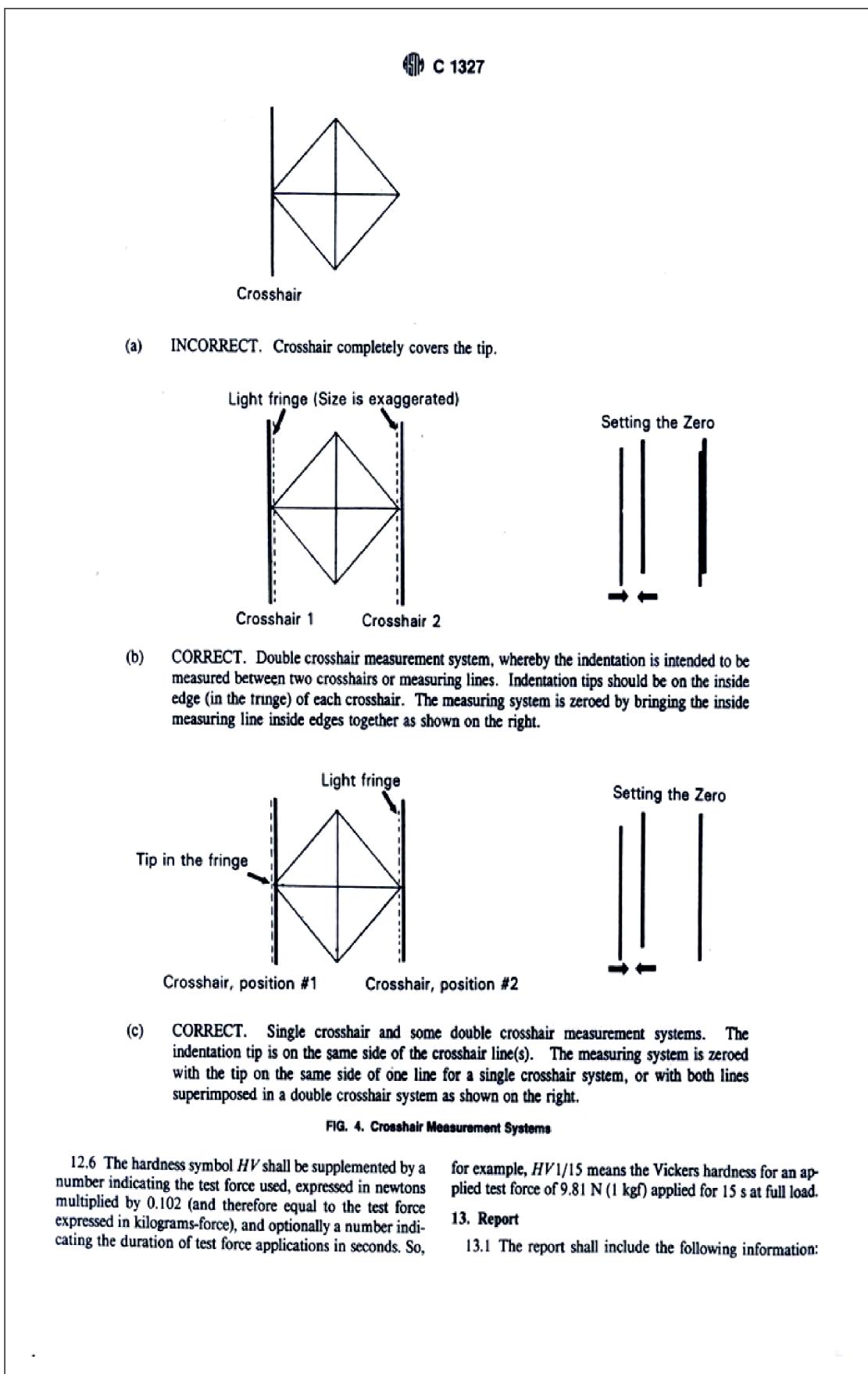
where:

$HV_n$  =  $HV$  obtained from  $n$ th indentation and

$n$  = number of indentations.

**12.5** The standard deviation,  $S$ , is:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (\bar{HV} - HV_n)^2}{n-1}} \quad (5)$$



12.6 The hardness symbol  $HV$  shall be supplemented by a number indicating the test force used, expressed in newtons multiplied by 0.102 (and therefore equal to the test force expressed in kilograms-force), and optionally a number indicating the duration of test force applications in seconds. So,

for example,  $HV1/15$  means the Vickers hardness for an applied test force of 9.81 N (1 kgf) applied for 15 s at full load.

### 13. Report

13.1 The report shall include the following information:

 C 1327

- 13.1.1 Mean  $HV$ ,
- 13.1.2 Test load,
- 13.1.3 Duration of test load,
- 13.1.4 Standard deviation,
- 13.1.5 Test temperature and humidity,
- 13.1.6 Number of satisfactory indentations measured, as well as the total number of indents made,
- 13.1.7 Surface conditions and surface preparation,
- 13.1.8 Thermal history of the sample,
- 13.1.9 The extent of cracking (if any) observed, and
- 13.1.10 Deviations from the specified procedures, if any.

#### 14. Precision and Bias

14.1 The precision and bias of microhardness measurements depend on strict adherence to the stated test procedure and are influenced by instrumental and material factors and indentation measurement errors.

14.2 The consistency of agreement for repeated tests on the same material is dependent on the homogeneity of the material, repeatability and reproducibility of the hardness tester, and consistent, careful measurements of the indents by a competent operator.

14.3 Instrumental factors that can affect test results include accuracy of loading, inertia effects, speed of loading, vibrations, the angle of indentation, lateral movement of the indenter or sample, indentation, and indenter shape deviations. Results are particularly sensitive to vibration or impact, which will produce larger indents and lower apparent hardness results.

14.4 The largest source of error or uncertainty in hardness usually arises from the error and uncertainty in the measurement of the diagonal length.

14.4.1 The harder the material, the smaller the indent size is. Therefore, hardness uncertainties are usually greater for harder materials.

14.4.2 Diagonal length measurement errors include inaccurate calibration of the measuring device, inadequate resolving power of the objective, insufficient magnification, operator bias in sizing the indents, poor image quality, and nonuniform illumination. These can contribute to both bias and precision errors.

14.4.3 The numerical aperture (NA) of the objective lens determines the maximum useful magnification and the resolving power of the microscope. The higher the NA of the lens, the longer the indentation will appear. This limited resolution leads to a bias error since the microscope is not able to resolve the exact tip and thus leads to underestimates

TABLE 1 Precision of Diagonal Length Measurements Estimated from an Interlaboratory Round Robin Project (10, 11)

Load, $P$ (N)	Number of Labora- tories	Average Diagonal Length, $d$ ( $\mu\text{m}$ )	Within-Laboratory Repeatability		Between-Laboratory Reproducibility	
			Expanded Uncer- tainty <sup>c</sup> ( $\mu\text{m}$ )	Coeffi- cient of Variation, %	Expanded Uncer- tainty <sup>c</sup> ( $\mu\text{m}$ )	Coeffi- cient of Variation, %
9.81 <sup>a</sup>	10	34.52	0.56	0.58	2.94	3.05
9.81 <sup>b</sup>	8	34.57	0.62	0.64	2.70	2.79

<sup>a</sup> Indentations made by organizing laboratory. Outlier results from one laboratory deleted.

<sup>b</sup> Indentations made by participating laboratories. Outlier results from two laboratories deleted. One other laboratory did not do this part of the exercise.

<sup>c</sup> Coverage factor of 2.8, corresponding to a 95 % confidence interval.

of the true length. The theoretical shortening is estimated to be  $\lambda/2NA$ , where  $\lambda$  is the wavelength of the light used (2, 5). Experimental evidence indicates that actual shortening is less than this, but the use of different NA objective lenses will contribute to a reproducibility (between-laboratory) uncertainty of less than  $\pm 0.2 \mu\text{m}$  (5, 6). (This error is substantially less for Vickers indentations than for Knoop indentations.)

14.5 A round robin was conducted to evaluate the suitability of tungsten carbide-cobalt specimens as standard hardness test blocks (10, 11). The results of this eleven-laboratory round robin can be used to evaluate the precision of Vickers hardness measurements for a hard material ( $\sim 15$  GPa) that does not pose difficult measuring problems. Within-laboratory repeatability and between-laboratory reproducibility were evaluated in accordance with Practices E 177 and E 691. The results are listed in Table 1, which shows the repeatability and reproducibility in measured diagonal lengths. The hardness repeatability interval when expressed as a percentage is double the diagonal-length repeatability interval. Participants read five indents made at 9.81 N at the organizing laboratory, and also made and measured five of their own indents at the same load. The within-laboratory hardness repeatabilities were 1.2 and 1.3 % (coefficient of variation, COV), respectively. The between-laboratory hardness reproducibilities were 6.1 and 5.6 % (COV), respectively. The reproducibility estimates were made after deleting one or two outlier sets as noted in Table 1. The reproducibility uncertainty includes both the hardness measurement uncertainty and the variations in hardness ( $\pm 2.8$  %, COV) of the eight blocks used in the round robin.

#### 15. Keywords

15.1 advanced ceramics; cracks; indentation; microscope; Vickers hardness

 C 1327

## REFERENCES

- (1) Small, L., *Hardness Theory and Practice (Part I: Practice)*, Service Diamond Tool Co., Ann Arbor, MI, 1960, pp. 241-243.
- (2) Mott, B. W., *Micro-Indentation Hardness Testing*, Butterworth's Scientific Publications, London, 1956.
- (3) Blau, P. J., "Methods and Applications of Microindentation Hardness Testing," *Applied Metallography*, Vander Voort, G. F., ed., Van Nostrand-Reinhold, 1986, pp. 123-138.
- (4) Clinton, D. J., and Morell, R., "Hardness Testing of Ceramic Materials," *Material Chemistry and Physics*, Vol 17, 1987, pp. 461-473.
- (5) Brown, A. R. G., and Ineson, E., "Experimental Survey of Low-Load Hardness Testing Machines," *Journal of Iron and Steel Institute*, Vol 169, 1951, pp. 376-388.
- (6) Gahm, J., "Neuere Erkenntnisse zur Mikro-Härte," (New Results on Microhardness), *Verein Deutscher Ingenieure-Berichte (Society of German Engineers, Reports)*, Nr 160, 1972, pp. 25-41.
- (7) Naylor, M. G. S., and Page, T. F., "Microhardness, Friction and Wear of SiC and Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Materials as a Function of Load, Temper-
- ature and Environment," Third Annual Technical Report, October 1981, Cambridge University, England.
- (8) Thibault, N. W., and Nyquist, H. L., "The Measured Hardness of Hard Substances and Factors Affecting Its Determination," *Transactions of the American Society of Metals*, Vol 38, 1947, pp. 271-330.
- (9) Mulhearn, T. O., and Samuels, L. E., "The Errors Introduced into Diamond Pyramid Hardness Testing by Tilting the Specimen," *Journal of Iron and Steel Institute*, August 1955, pp. 354-359.
- (10) Gettings, R. J., Quinn, G. D., Ruff, A. W., and Ives, L. K., "Development of Ceramic Hardness Reference Materials," *New Horizons for Materials, Proceedings of the 8th World Congress on Ceramics*, Florence, Italy, July 1994, Vincenzini, P., ed., Techna, Faenza, 1995, pp. 617-624.
- (11) Gettings, R. J., Quinn, G. D., Ruff, A. W., and Ives, L. K., "Hardness Standard Reference Materials (SRM) for Advanced Ceramics," *Verein Deutscher Ingenieure Reports*, 1194, 1995, pp. 255-264.

*The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.*

*This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards and should be addressed to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should make your views known to the ASTM Committee on Standards, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.*

## ภาคผนวก ๔

ตัวอย่างการคำนวณ Modulus of Rupture (MOR)

Hardness และ Toughness

### ๔.1 การคำนวณค่า Modulus of rupture

การคำนวณค่า Modulus of Rupture จะใช้ค่าขนาดน้ำหนักที่กด ความกว้าง ความกว้างของจุดรองรับและความสูง มาทำการคำนวณตามสมการที่ ๔.1

$$\text{MOR} = \frac{3PL}{2bd^2} \text{ MPa} \quad (4.1)$$

โดย MOR = ความทนต่อการดัดโค้งของชิ้นงาน (MPa)  
 P = ขนาดของแรงกดที่ทำให้ชิ้นงานแตกหัก (N)  
 L = ความกว้างของจุดรองรับตัวอย่าง (mm)  
 b = ความกว้างของตัวอย่าง (mm)  
 d = ความสูงของตัวอย่าง (mm)

ตารางที่ ๔.1 ข้อมูลขนาดของชิ้นงานวัสดุเชิงประดิษฐ์ลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ หลังเผาเผนกที่อุณหภูมิ

1550°C

กว้าง (b, mm)	สูง (d, mm)	ความกว้างของจุดรองรับ (L, mm)
5	5	20

จากค่าที่ได้ในตารางที่ ๔.1 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{MOR} &= 3 \times (1245.83 \text{ N})(20 \text{ mm}) / (2 \times (5 \text{ mm})(5 \text{ mm})^2) \\ &= 74749.8/250 \\ &= 299 \text{ MPa} \end{aligned}$$

ดังนั้น ค่า MOR ที่อุณหภูมิที่ต่างกันและปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ต่างกันจะแสดงไว้ในตารางที่ 4.5

### ๔.2 การคำนวณค่า Hardness

การคำนวณค่า Hardness จะใช้ค่าขนาดน้ำหนักที่กด เส้นทางยุ่งของรอยกด มาทำการคำนวณตามสมการที่ ๔.๒

$$Hv = 0.1891F/d^2 \quad (4.2)$$

โดย  $Hv$  = ความแข็งวิกเกอร์ หน่วยเป็น นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร  
 $d$  = เส้นทางยุ่งของรอยกด หน่วยเป็นมิลลิเมตร  $= (d_1 + d_2)/2$   
 $F$  = แรงที่ใช้กด หน่วยเป็น นิวตัน

ตารางที่ ๔.๒ ข้อมูลชิ้นงานวัสดุเชิงประดิษฐ์และอุณหภูมิ 1550°C

แรงที่ใช้กด (N)	สูง $((d_1 + d_2)/2, \text{ mm})$
49.033	0.028

จากค่าที่ได้ในตารางที่ ๔.๒ สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} Hv &= 0.1891 \times (49.033 \text{ N}) / (0.027 \text{ mm})^2 \\ &= 9.272 / (7.84 \times 10^{-4}) \\ &= 12 \text{ GPa} \end{aligned}$$

ดังนั้น ค่า  $Hv$  ที่อุณหภูมิที่ต่างกันและปริมาณชิลิกอนคาร์ไบด์ที่ต่างกันจะแสดงไว้ในตารางที่ ๔.๕

### ๔.๓ การคำนวณค่า Toughness

การคำนวณค่า Toughness จะใช้ค่า Hardness ค่าโมดูลัสของยัง ค่าขนาดแรงกดอินเดนเทชัน ค่าความเยาว์อย่างต่อ/2 มาทำการคำนวณตามสมการที่ ง.3

$$K_{IC} = \xi (E/H)^{1/2} P/C^{3/2} \quad (ง.3)$$

โดย  $K_{IC}$  = ค่าความต้านทานการยึดเย็บของกรอบ (ความหนืด)

$E$  = ค่าโมดูลัสของยัง (Young's modulus)

$H$  = ค่าความแข็ง

$P$  = ขนาดแรงกดอินเดนเทชัน

$C$  = ความเยาว์อย่างต่อ/2

$\xi$  = ค่าคงที่ ที่ได้จากการทดลอง ซึ่งมีค่าประมาณ  $0.016 \pm 0.004$

ตารางที่ ง.3 ข้อมูลชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบอะลูминิอา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ หลังเผาผนังที่อุณหภูมิ  $1550^{\circ}\text{C}$

E (GPa)	H (GPa)	P (N)	C (mm)
27.76	12	49.033	0.673

จากค่าที่ได้ในตารางที่ ง.3 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} K_{IC} &= 0.016 \times [(27.76 \text{ GPa})/(12 \text{ GPa})]^{0.5} \times (49.033 \text{ N})/0.673^{1.5} \\ &= (0.016 \times 1.521 \times 49.033)/0.673^{1.5} \\ &= 2.16 \text{ MPa.m}^{0.5} \end{aligned}$$

ดังนั้น ค่า  $K_{IC}$  ที่อุณหภูมิที่ต่างกันและปริมาณซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ต่างกันจะแสดงไว้ในตารางที่ 4.5

**ภาคผนวก จ**

**ตัวอย่างการคำนวณ Crystal size**

## ๑.๑ การคำนวณค่า Cryatal size

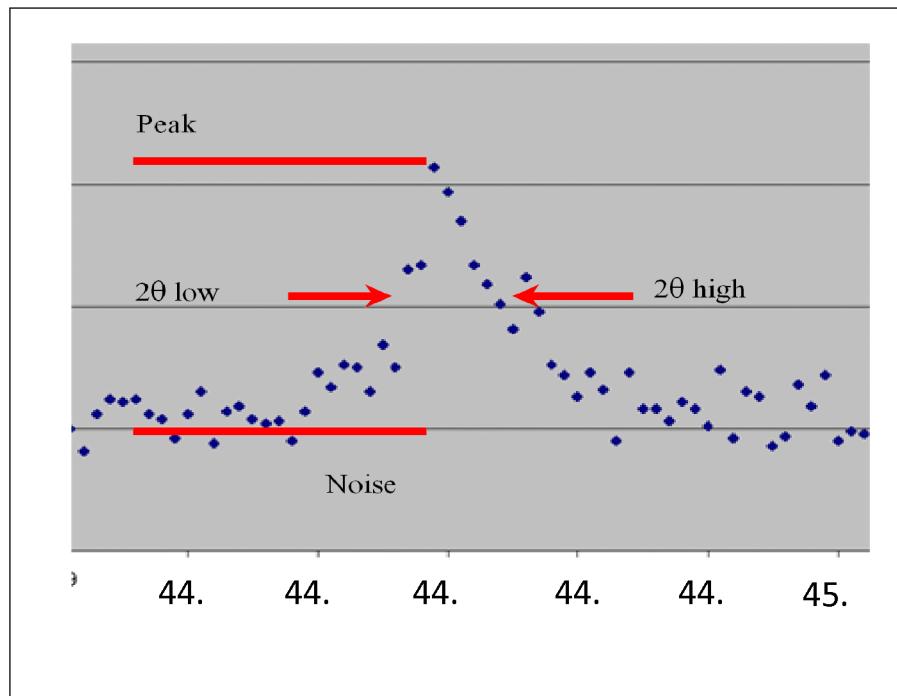
การคำนวณค่า Crystal size จะใช้ค่า full width half maximum (FWHM) และมุมองศา มาทำ การคำนวณตามสมการที่ ๑.๑

$$t = 0.9 \frac{\lambda}{B} \cos \Theta \quad (๑.๑)$$

โดยที่  $\lambda$  คือ ความยาวคลื่นของ  $\text{CuK}\alpha$

$B$  คือ full width half maximum (FWHM) หาได้จากโปรแกรมในเครื่อง XRD

$\Theta$  คือ มุมองศา (2 theta scale)



รูปที่ ๑.๑ ตัวอย่างการหาค่า B (FWHM)

หาค่า FWHM ได้จากโปรแกรม EVA ในเครื่อง XRD จะได้ค่า FWHM ออกมานำมาแทน ในสมการ ซึ่งค่ามุมที่ได้นั้นจะเป็น  $2\theta$  ดังนั้นจึงต้องนำมาหาร ๒ ก่อนและค่า  $\lambda = 1.5406\text{\AA}$

ช่องค่า FWHM จะอยู่ในรูปมุมองศา degree ทำให้เป็นมุมองศา radian โดยการนำมุมค่า Pi และหารด้วย 180

ตารางที่ ง.1 ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม EVA เครื่อง XRD เพื่อหาค่า FWHM

$2\Theta$	$\Theta$	FWHM	FWHM x ( $\pi/180$ )
35.644	17.822	0.379	0.006615

จากค่าที่ได้ในตารางที่ ง.1 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 t &= 0.9 \times (1.5406 \text{ A}^\circ) / (0.006615 \times (\cos 17.822)) \\
 &= 1.386 / 6.292 \times 10^{-3} \\
 &= 220.171 \text{ A}^\circ \\
 &= 22.01 \text{ nm}
 \end{aligned}$$

## ภาคผนวก ฉ

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา



PMO33

### การสังเคราะห์อนุภาคนาโนชิลิกอนคาร์บีดโดยใช้วิธีบดผสมแบบเรียงกล

#### Synthesis of SiC nanoparticles by mechanical alloying

หัสดินย์ เหลืองชนา เรืองย (Hussanai Luangthanarak) \* ดร.สุกานต์ คงวนารถ (Dr.Sukasem Kangwantrakool) \*\*

#### บทคัดย่อ

การบดผสมแบบเรียงกล (Mechanical alloying) เป็นการใช้แรงทางกลเพื่อทำให้เกิดสารประกอบทางเคมี และซั่งสารมาลดฟริ้งสารประกอบที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรได้ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษา Charge Ratio และเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดสารประกอบชิลิกอนคาร์บีด (SiC) โดยใช้สารตั้งต้นคือ ชิลิกอน (Si) กับ คาร์บอน (C) ในปริมาณ 50:50 SiC ร้อยละหนึ่งหนัก ผสมด้วยเครื่องบดลังมันสูง (High energy ball mill) จากนั้นทำการ Annealing ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจน (Ar) สารประกอบที่ได้จะนำมารีเซ็ตด้วยการใช้ขั้นตอนของรังสีเอกซ์เรย์ (XRD) และกล้องอุลตราระบบที่เล็กครองแบบส่องผ่าน (TEM) ทำการทดสอบพิสูจน์ว่าสารประกอบชิลิกอนคาร์บีด (SiC) จะเกิดขึ้นจากการใช้ Charge Ratio 20:1 เวลาการบด 5 ชั่วโมง ซึ่งจะได้สารประกอบชิลิกอนคาร์บีด (SiC) ที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร

#### ABSTRACT

In this work, charge ratio and milling time of the mechanical alloyed SiC have been studied. Silicon and carbon powder were used as the starting material with the mass ratio 50:50. Powders were milled in a SPEX 8000 shaker/mill. Then, the charge ratio and milling of mechanical alloyed powders have been characterized time by mean of x-ray diffraction. The particle size and particle shape were observed by mean of transmission electron microscopy (TEM). The result shown that, SiC nano particles were obtained with the charge ratio of 20:1 and milling time of 5 hrs.

**คำสำคัญ :** การบดผสมแบบเรียงกล ชิลิกอนคาร์บีด อัตราส่วนน้ำหนักถูกบดต่อหน้าหนักสาร

**Key Words :** Mechanical alloying, SiC, Charge Ratio

\* มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาปัตติค สาขาวิชาวิศวกรรมช่างโยธา สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

\*\* ศูนย์วิชาชีวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาชีวกรรมช่างโยธา สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



## บทที่ก้าว

การบดผสมแบบเบซิคอล (Mechanical alloying) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสารประกอบ ผลิตกระสัมนาในเมตร (Nano crystalline) และ โลหะผสมพิเศษ (Advance alloy) เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่อที่ทำให้ได้ลูกศุบบไม่มีขนาดใหญ่กว่ารากศูนย์ของลูกศุบบ (Banjamin, JS., 1990) ได้มีงานวิจัยจำนวนมากริบ นำมาใช้ในการเตรียมวัสดุพิเศษ (Advanced material) ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific structure) ตัวอย่างเช่น โลหะผสมอัมอร์ฟัส (Amorphous alloy) สารละลายทางเดียว (Solid solution) วัสดุภาคใหม่ (Intermediate phase) เป็นต้น (Suryanarayana, C., 2001) โครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะที่ได้จากการบดให้เหมาะสม มีหลักการทำงานที่ต้องการบดกันให้กว้างเป็น ชนิดของอุบัติ ชนิดของเครื่องนึงนี้ ชนิดของหม้อบด เวลาในการบด เป็นสัน ที่มีส่วนที่ทำให้เพิ่มหรือลด ประสิทธิภาพของการบดผสมแบบเบซิคอล (Mechanical alloying) ได้ (Harris, JR., Wallis, JAD., and Wood, JV., 2001)

## วัสดุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษา Charge Ratio ที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดสารประกอบชนิดซิลิโคนคาร์ไบด์ (SiC)
2. เพื่อศึกษาเวลาที่ทำหมายตามที่ทำให้เกิดสารประกอบ ซิลิโคนคาร์ไบด์ (SiC)

## วิธีการดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยจะใช้ซิลิโคน (Si) กับคาร์บอน (C) เป็นสารตั้งต้น ถูกบดโดยใช้เครื่องบดแบบ High energy ball mill ของบริษัท Metuchen, NJ, Speed about 1200 rpm โดยใช้ชุดลูกศุบบ Alumina ball mill ซึ่งเครื่อง High energy ball mill จะอยู่ในอุปกรณ์ความบรรยายภายในแก๊สอะโรกอน (Ar) เวลาบดประมาณ 1 ชั่วโมงน้ำที่มีปั๊กการ Annealing ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ภายใต้ปริมาณแก๊สอะโรกอน (Ar) ผ่านสารประกอบที่ได้นามว่ากระหื้วภูเขาด้วย XRD เพื่อหา Charge Ratio ที่เหมาะสมกับการเกิดสารประกอบซิลิโคนคาร์ไบด์ (SiC) จากนั้นจะทำการบดผสมโดยใช้ Charge Ratio ที่ได้อธิบายมา ทำการ

## PMO33-2

ผสมแบบเบซิคอล (Mechanical alloying) โดยจะใช้ซิลิโคน (Si) กับคาร์บอน (Carbon) ตามอัตราส่วนน้ำหนักถูกกำหนดที่น้ำหนักสาร ซึ่งเรียกว่า "Charge Ratio" โดยในการทดลองจะใช้ Charge Ratio ในอัตราส่วนต่างๆ กันคือ 10:1, 20:1, 30:1, 40:1 และ 50:1 ปริมาณซิลิโคน (Si) กับคาร์บอน (C) จะได้จากการคำนวณดังนี้

Y-Z/X

เมื่อ Y คือ น้ำหนักสารที่ต้องการบดผสม Z คือ น้ำหนักของถุงคนต่อ 1 หม้อบด (ปริมาณ 15 กรัม)  
X คือ อัตราส่วน Charge Ratio ที่ใช้ในการทดลอง

ถ้าบันทึก Charge Ratio ที่ 10:1 จะได้

$Y = 15/10$

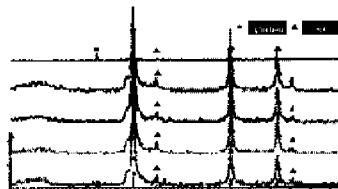
$Y = 1.5 \text{ g/batch}$

จะได้ซิลิโคน (Silicon) กับคาร์บอน (Carbon) ที่รวมกันอยู่ 1.5 กรัม ที่สองเครื่องเพื่อการบดผสม จะใช้ 50Si50C ร้อยละ ได้น้ำหนัก จากนั้นนำเข้าเครื่องบดแบบงานสูง (High energy ball mill, SPEX 8000D CellPrep, Metuchen, NJ, Speed about 1200 rpm) โดยใช้ชุดลูกศุบบเพื่อหั่นส่วนคราบไวร์ด (WC) และถูกแตะอยู่ใน (Alumina ball mill) ซึ่งเครื่อง High energy ball mill จะอยู่ในอุปกรณ์ความบรรยายภายในแก๊สอะโรกอน (Ar) เวลาบดประมาณ 1 ชั่วโมงน้ำที่มีปั๊กการ Annealing ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ภายใต้ปริมาณแก๊สอะโรกอน (Ar) ผ่านสารประกอบที่ได้นามว่ากระหื้วภูเขาด้วย XRD เพื่อหา Charge Ratio ที่เหมาะสมกับการเกิดสารประกอบซิลิโคนคาร์ไบด์ (SiC) จากนั้นจะทำการบดผสมโดยใช้ Charge Ratio ที่ได้อธิบายมา ทำการ



PMO33-3

ผลึกขนาดเล็กในการบดผสมจาก C 10 ชั่วโมง เหล้า  
น้ำมันบริโภคที่วัสดุภาคอีโคคริ้ง จากนั้นนำมาตรวจสอบ  
ขนาดและรูปร่างของขนาดอนุภาคสารที่ได้จากการ  
สังเคราะห์หัวข้อเดียวกันของห้องทดลองเดียวกันแบบต่อตัว (TEM) ทำการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจสอบกับ  
สารละลายน้ำ Polyvinylpyrrolidone (Jungxian Zhang,  
Dong Jiang, and Qingling Liu, 2005) แล้วนำมาทดสอบ  
ใน Micro grid เพื่อจะส่องสุกษาทางกล้องจุลทรรศน์  
อีกครั้งหนึ่งแบบต่อตัว (TEM)

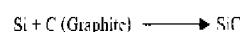


2-Theorescale

รูปที่ 1 XRD diffractogram ของ Charge Ratio 10:1  
เวลาการบดผสม 1 ชั่วโมง

#### ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การใช้ Charge ratio ที่เหมาะสมทำให้สามารถ  
เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การเพิ่ม  
Charge Ratio จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น จากสารตั้งต้น  
ซึ่งในการศึกษาวิจัยสารที่ใช้คือ ซิลิคอน (Silicon)  
กับ คาร์บอน (Carbon) ท่านที่ทราบดีคงพอที่จะรู้ว่า  
ให้เกิดปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นสารประizable ซิลิคอน  
คาร์ไบเด (SiC) (Matteazzi, P., Bassett, D., Miami, F.,  
and LeCaer, G., 1993) ดังสมการ



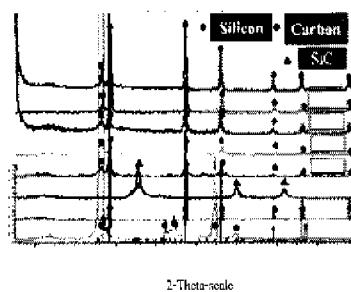
ในการเพิ่มอัตราส่วน Charge Ratio สามารถ  
เพิ่มโอกาสให้ ซิลิคอน (Silicon) กับ คาร์บอน  
(Carbon) นี้ ได้มีการท้าปฎิวิชา ทำให้เกิด  
สารประกอบซิลิคอนคาร์ไบเด (SiC) ได้มากขึ้น

รูปที่ 1 แสดงกราฟวิเคราะห์โดยใช้การ  
เส้นกราฟของรังสีสีเก็ทซ์ (XRD) ของตัวอย่างที่ใช้  
Charge Ratio ในอัตราส่วน 10:1 ให้เวลาการบด  
1 ชั่วโมง ภาคนี้เป็น Annealing ที่อุณหภูมิ 1400 องศา  
เซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศพอกอง  
(Ar) จากการภาพแสดงให้เห็น peak ของซิลิคอนคาร์ไบเด  
(SiC) ที่เกิดขึ้น แต่กราฟเดียวกันปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์  
เนื่องจากยังมีสารบางส่วนที่ทับปฏิกิริยาไม่หมดได้แก่  
คาร์บอนฟิล์ม (Free carbon) จะพบจากตำแหน่ง peak  
ใน XRD diffractogram ที่ 26.5, 44.5, 55 ตามลำดับ  
ซึ่งซึ่งคงเหลือให้เห็นเป็น peak อย่างชัดเจน อีกที่  
ตามเมียที่กราฟเพิ่ม Charge Ratio จากอัตราส่วน 10:1  
ไปอีกเป็น 20:1 โดยใช้เวลาการบด 1 ชั่วโมง และ  
ผ่านการ Annealing ที่ 1400 องศาเซลเซียส เพื่อขจัด  
อะเข็นให้จางราวด้วยรากฐานของเห็น peak ของ  
ซิลิคอนคาร์ไบเด (SiC) อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาจาก  
กราฟนี้ ไม่มี peak ของ คาร์บอนฟิล์ม (Free  
carbon) หลงเหลืออยู่อีก และเมื่อเพิ่ม Charge Ratio  
เป็น 30:1, 40:1 และ 50:1 พบลักษณะ จะพบว่า  
การเพิ่ม Charge Ratio จะทำให้ peak ของ ซิลิคอนคาร์  
ไบเด (SiC) สูงขึ้นและกราฟท้าปฎิวิชาเป็นໄ:inline อย่าง  
สมบูรณ์ (Xi, S., Zhou, J., and Wang, D., 1996) เมื่อนำ  
กราฟกลับมา Annealing มาเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า  
กราฟที่ใช้ Charge Ratio ที่อัตราส่วน 10:1 ยังคงมี

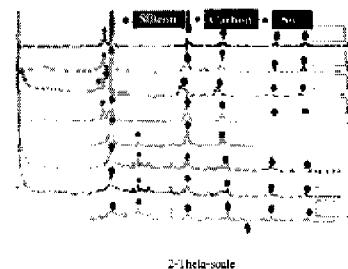


PMO33-4

การรักษาอิสระ (Free carbon) และ ชิลกอนอิสระ (Free silicon) อยู่ จะพบจากค่าเท่านั้ง peak ใน XRD diffractogram ก่อ 28.5, 47.5, 56 ค่าที่สำคัญ ได้มีการเพิ่ม Charge Ratio ขึ้นจากอัตราส่วน 10:1 เป็น 20:1, 30:1, 40:1 และ 50:1 โดยใช้เวลาในการทดสอบเท่าเดิม คือ 1 ชั่วโมง พบว่าเมื่อมีการเพิ่ม Charge Ratio เพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วน 40:1 เริ่มปรากฏ peak ของ ชิลกอนคาร์บีนท์ (SiC) เพียงเล็กน้อย และเมื่อมีการเพิ่ม Charge Ratio ที่ก่อต่อส่วน 40:1 เป็น 50:1 ใช้เวลาการทดสอบเหมือนกัน ผลที่ได้เริ่มนี้ peak ของ ชิลกอนคาร์บีนท์ (SiC) ที่เด่นชัดขึ้น หรือจากอุปกรณ์การรักษาอิสระ (Free carbon) และ ชิลกอนอิสระ (Free silicon) ลดลง อย่างมากเมื่อเทียบกับ Charge Ratio ที่ 10:1 หลังผ่าน กรรมการ Annealing แล้ว Peak ของชิลกอนคาร์บีนท์ (SiC) จะเพิ่มให้อีกชั้ดเจน นี่เองจากการเพิ่มของ Charge Ratio ที่ได้ให้เพิ่มไปในส่วนของการซั่นของอุก บด เมื่อถูกบดมีการซั่นกันมากขึ้นการห้าปั๊กหรือขานก็ได้ ได้มากขึ้น ทำให้การรีบอนอิสระ (Free carbon) และ ชิลกอนอิสระ (Free silicon) นำไปสู่การห้าปั๊กหรือขานมาก ได้ชัดขึ้น ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 XRD diffractogram ของ Charge Ratio ที่ อัตราส่วน 10:1, 20:1, 30:1, 40:1 และ 50:1 ใช้ เวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง



รูปที่ 3 XRD diffractogram ของ Charge Ratio ที่ อัตราส่วน 20:1 เวลาทดสอบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 ชั่วโมง

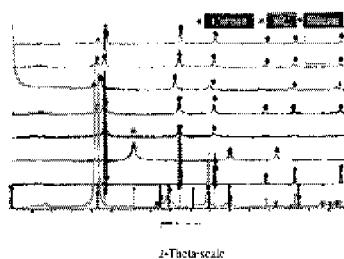
จากรูปที่ 3 การทดสอบใช้อัตราส่วน Charge Ratio ที่ 20:1 โดยใช้เวลาตั้งแต่เวลา 1 ชั่วโมงถึง 10 ชั่วโมง จากภาพที่อยู่นี้ Annealing จะพบว่าเมื่อ ชิลกอนอิสระและ carbонอิสระอยู่ เมื่อทำการเพิ่ม จำนวนชั่วโมงให้มากขึ้นทำให้ชิลกอนอิสระและ carbons อิสระ นั้นมีปริมาณที่เรื่อยๆลดลง Peak ของ ชิลกอนคาร์บีนที่ปรากฏครั้งแรกที่ 1 ชั่วโมงก่อนที่จะ นำไป Annealing จากภาพที่เก็บไว้ carbons อิสระ (Free carbon) ผู้ผลิตไปทางคงเหลือชิลกอนอิสระ (Free silicon) ยังคงอยู่แต่มีปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับ การทดสอบที่ 1 ชั่วโมง เมื่อเพิ่มจำนวนชั่วโมงเป็น 6, 8 และ 10 ชั่วโมงในการทดสอบขึ้นไปอีก ชิลกอนอิสระ เริ่มลดลง Peak ของชิลกอนคาร์บีนท์ (SiC) นั้นเพิ่ม เด่นชัดขึ้น และเมื่อเพิ่มจำนวนชั่วโมงสูงขึ้นไปเรื่อยๆ Peak ของชิลกอนคาร์บีนท์และชิลกอนอิสระนั้นเริ่มไม่ คงชัดและเห็นได้จากการทำการทดสอบในชั่วโมงที่ 10 ชั่วโมงที่มีขบวนเดินมาก จากการวิเคราะห์ XRD จะเกิดการลดความเด่นชัดของ Peak ที่ออกมานี้มี ลักษณะไม่คมชัด เวลาที่สั่นที่สุดและเหมาะสมที่ทำให้ เกิดชิลกอนคาร์บีนท์ จะได้จากการใช้อัตราส่วน



PMO33-5

Charge Ratio ที่ 20:1 เวลาในการบดผสม 5 ชั่วโมง และเมื่อเริ่มนับผสมข้าวในงาที่ 6 เริ่มจะมีซิลิกอนคาร์บอนที่เพิ่มมากขึ้น และจะไม่มีแสลงต่างกันมากเมื่อเมริคที่ขึ้นมาต่อไปในที่ 5 ในข้าวในงาที่ 8 และ 10 ด้วยซึ่งจะมีความแตกต่างกันข้าวในงาที่ 5 น้อยมาก

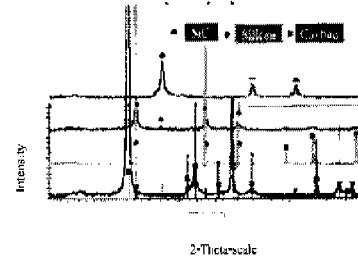
จากการวิเคราะห์จากข้าวในงาที่ 5, 6, 8 และ 10 น้ำหนักเมื่อผ่านกระบวนการบด 1 ถึง 5 ชั่วโมง พบร่วมกับซิลิกอนคาร์บอนไดออกไซด์ (SiC) เกิดขึ้นในข้าวในงาที่ 5 โดยใช้ อัตราส่วน Charge Ratio อยู่ที่ 20:1 หากทำการ Annealing จะเห็น Peak ของซิลิกอนคาร์บอนไดออกไซด์ (SiC) ได้ชัดเจนในรูปที่ 4



รูปที่ 4 XRD diffractogram ที่ 20:1 Charge Ratio ที่

อัตราส่วน 20:1 เวลาบดผสม 1, 2, 3, 4 และ 5  
ข้าวในงา

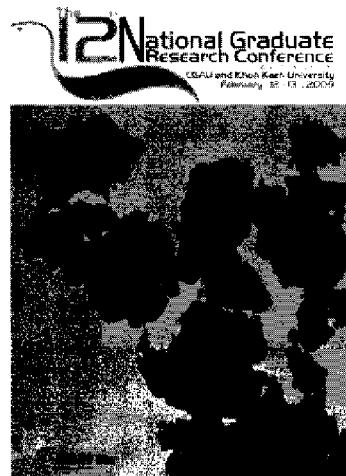
จากรูปที่ 4 พบร่วมกับซิลิกอนคาร์บอนไดออกไซด์ (SiC) ที่ได้จากการบดผสมที่อัตราส่วน Charge Ratio อยู่ที่ 20:1 ให้เวลาในการบดผสม 5 ชั่วโมง โดยใช้อุณหภูมิในการ Annealing ที่ 1400 องศาเซลเซียส นำไปสู่การดีซัลฟิดของอุลตราระบบที่เกิดครรคณแบบส่องผ่าน (TEM)



รูปที่ 5 XRD diffractogram ที่ 20:1 Charge Ratio ที่  
อัตราส่วน 20:1 เวลาบดผสม 5 ชั่วโมง ทั้งก่อน  
และหลัง Annealing

และจากการเฝ้าริบบันทึกภาพของ  
คาร์บอนอิสระ (Free carbon) และซิลิกอนอิสระ (Free  
silicon) นั้นจะมีพหุสสารซึ่งหมายความว่าจะ<sup>จะ</sup>  
เกิดการท้าปฏิกิริยานเป็นซิลิกอนคาร์บอนไดออกไซด์ (SiC) ได้  
ทั้งหมด

จากรูปที่ 6 เมื่อนำซิลิกอนคาร์บอนไดออกไซด์ (SiC) ที่  
ได้จากการบดผสมที่อัตราส่วน Charge Ratio อยู่ที่ 20:1  
ให้เวลาในการบดผสม 5 ชั่วโมง โดยใช้อุณหภูมิในการ  
Annealing ที่ 1400 องศาเซลเซียส นำไปสู่การดีซัลฟิดของ  
อุลตราระบบที่เกิดครรคณแบบส่องผ่าน (TEM)



**รูปที่ 6** ภาพเดาขึ้น TEM ของอนุภาคนาโนซิลิกอนคาร์บิดที่ได้จากการสังเคราะห์ก้าวสั้นๆ 50000 เท่า

จะพบว่าอนุภาคของซิลิกอนคาร์บิด (SiC) ที่สังเคราะห์ได้ จะมีขนาดประมาณ 150-200 นาโนเมตร แสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแบบเชิงกล (Mechanical alloying) นั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากสามารถสร้างสารประกอบที่มีอนุภาคในระดับนาโนเมตรได้

#### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่าการเพิ่ม Charge Ratio ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดซิลิกอนคาร์บิด (SiC) และทำให้ได้รูปแบบสารที่ต้องทำการทดสอบอุณหภูมิลดลง ดังนั้น Charge Ratio ที่เลือกควรเลือกให้เหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาทดลองแล้ว Charge Ratio ที่พิจารณาจะอยู่ที่ 10:1 กับ 20:1 จะถูกกล่าวมและเข้าใจว่าหลังจาก Annealing ที่ 10:1 นั้นยังคงมีการรับอนิสสาร (Free carbon) อยู่ ซึ่งเป็นการที่ปฏิกริยาไปเป็นซิลิกอนคาร์บิด (SiC) ไม่หมด และเมื่อใช้อุณหภูมิส่วน

#### PMO33-6

Charge Ratio 20:1 จะพบว่าเวลาจะมีผลต่อการเกิดซิลิกอนคาร์บิด (SiC) ด้วยชั้นหิน ซึ่งพบว่าเวลาที่เผาต้องที่สุดในการเกิดเป็นสารประกอบซิลิกอนคาร์บิด (SiC) จะอยู่ที่ 5 ชั่วโมง โดยใช้ Charge Ratio ที่ 20:1

#### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ที่ให้คำแนะนำ และประ erk นยาเข้าหน้าที่ศูนย์คือร่องนื้อ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับ ความช่วยเหลือในการใช้เครื่องมือที่ภาควิชากัร晋

#### เอกสารอ้างอิง

- Banjamin, JS. 1990. Mechanical alloying—a perspective. *Metal Powder Rep.* 45: 122-7.
- Harris, JR., Wattis, JAD.,and Wood, JV. 2001. A comparison of different model for mechanical alloying. *Acta Mater.* 49(19):3991-4003.
- Jungxian Zhang, Dong jiang, and Qingling Lin. 2005. Poly(vinyl Pyrrolidone), a Dispersant for Non-Aqueous Processing of Silicon Carbide. *J. Am Ceram. Soc.* 88(4):1054-1056.
- Matteazzi, P., Bassett, D., Miami, F., and LeCaer, G. 1993. *Nanastured Mater.* 2:217-219
- Schoonitz, M., Ward, T., Dreizin EL 2003. Preparation of energetic metastable nanocomposite material by arrested reactive milling. *Mater Res Soc Symp- Proc.* 800:85-90.

**PMO33-7**

- Suryanarayana, C., Chen, GH., Froes, FH. 1992.  
*Scripta Metal Mater.* 26: 1727-32.
- Suryanarayana, C. 2001. Mechanical alloying and  
milling. *Prog Mater Sci.* 46, 1-184.
- Xi, S., Zhou, J., and Wang, D. 1996. *J Mater Sci.*  
*Lett.* 15:634-5
- Yamazaki, Terayama, K., Shimasaki, T., Sugimoto,  
K. 1997. *J Mater Sci Lett.* 16: 1357-9.
- Zhang, DI.. 2004. Processing of advanced Mater  
using high-energy mechanical milling.  
*Prog Mater Sci.* 49(3-4):537-60.

## ประวัติผู้เขียน

นายหัสสันยน์ เหลืองธนารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2524 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียน สมเด็จพระปิยมหาราชรัมพีเขต จังหวัดกาญจนบุรี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเชรามิก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2546 จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมเชรามิก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2547 ระหว่างศึกษาได้มี การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานรวมบทคัดย่อการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ฉ.